# 

(43) 国際公開日 2003 年12 月18 日 (18.12.2003)

**PCT** 

(10) 国際公開番号 WO 03/103655 A1

MOLECULAR DESIGN. INC.) [JP/JP]; 〒113-0033 東

京都文京区本郷5丁目24番5号角川本郷ビル4F

(51) 国際特許分類<sup>7</sup>: A61K 31/167, 31/18, 31/381, 31/40, 31/404, 31/4164, 31/421, 31/422, 31/426, 31/437, 31/4402, 31/445, 31/451, 31/255, 31/47, 31/505, 31/498, 31/5375, 31/616, A61P 35/00, 35/02, 35/04

(21) 国際出願番号:

PCT/JP03/07121

(22) 国際出願日:

2003年6月5日(05.06.2003)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ:

特願2002-168332 2002年6月10日(10.06.2002)

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 株式会社 医薬分子設計研究所 (INSTITUTE OF MEDICINAL Tokyo (JP). (72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 武藤 進 (MUTO,Susumu) [JP/JP]; 〒184-0003 東京都小金井市緑町 1-6-7 メイプルコーポB202 Tokyo (JP). 板井昭子 (ITAI,Akiko) [JP/JP]; 〒113-0033 東京都文京区本郷5丁目24番5号角川本郷ビル4F株式会社医薬分子設計研究所内 Tokyo (JP).

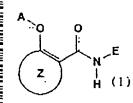
(74) 代理人: 特許業務法人特許事務所サイクス (SIKS & CO.); 〒104-0031 東京都 中央区 京橋一丁目 8 番 7 号京橋日殖ビル 8 階 Tokyo (JP).

[続葉有]

BEST AVAILABLE COPY

(54) Title: THERAPEUTIC AGENT FOR CANCER

(54) 発明の名称: 癌治療剤



(57) Abstract: A medicine for the prevention of and/or treatments for cancers, which contains as an active ingredient a substance selected from the group consisting of a compound represented by the general formula (I): (I) (wherein A represents hydrogen, etc.; E represents 2,5-disubstituted or 3,5-disubstituted phenyl, etc.; and ring Z represents, e.g., arene which may have one or more substituents besides the groups represented by the formulae -O-A and -CONH-E), a pharmacologically acceptable salt of the compound, hydrates of these, and solvates of these.

(57) 要約:

一般式(I)(式中、Aは、水素原子等を表し、Eは、2,5-ジ置換若しくは3,5-ジ置換フェニル基等を表し、環 Z は、式-O-A 及び式-CONH-Eで表される基の他にさらに置換基を有していてもよいアレーン等を表す)で表される化合物及び薬理学的に許容されるその塩、並びにそれらの水和物及びそれらの溶媒和物からなる群から選ばれる物質を有効成分として含む、癌の予防及び/又は治療のための医薬。

WO 03/103655 A1

#### 

- (81) 指定国 (国内): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NI, NO, NZ, OM, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (広域): ARIPO 特許 (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア特許 (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ特許

(AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI 特許 (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

#### 添付公開書類:

— 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

明細書

### 癌治療剤

### 技術分野

本発明は、無秩序に増殖する癌細胞の増殖を停止することができ、不死化した癌細胞にアポトーシスを誘発して癌の予防及び/又は治療を可能にする医薬に関する。

### 背景技術

Nーフェニルサリチルアミド誘導体は米国特許第4358443号明細書に植物成長阻害剤としての開示があり、医薬としては欧州特許第0221211号明細書、特開昭62-99329号公報、及び米国特許第6117859号明細書に抗炎症剤としての開示がある。また、国際公開第99/65499号パンフレット、国際公開第02/49632号パンフレット、及び国際公開第02/076918号パンフレットにはNF- $\kappa$ B阻害剤として開示されている。国際公開第99/65499号パンフレット、国際公開第02/49632号パンフレット、及び国際公開第02/076918号パンフレット、スび国際公開第02/076918号パンフレットには、Nーフェニルサリチルアミド誘導体について抗癌剤としての示唆があるが、この誘導体が抗がん剤として有用であることを示す直接的なデータは何一つ示されていない。そればかりか、国際公開第99/65499号パンフレットにおいては、実際にNF- $\kappa$ B阻害活性を測定している化合物数も少なく、アニリン部分の置換基及びその置換位置も極限られた範囲でしか検討されていない。また、国際公開第02/051397号パンフレットにはNーフェニルサリチルアミド誘導体がサイトカイン産生抑制剤として開示されている。

#### 発明の開示

本発明の課題は、有効性に優れ、かつ副作用が軽減された抗癌剤を提供することにある。本発明者らは一般的に毒性の低いと言われているサリチルアミド誘導体の抗癌作用について鋭意研究した結果、Nー置換サリチルアミド誘導体、とりわけN・アリールサリチルアミド誘導体が癌細胞をアポトーシスに導く優れた作用を有しており、かつ有効投与量範囲で既存の抗癌剤に見られるような肝障害、腎障害、又は骨髄抑制等の副作用につながる作用を有しないことを見出した。さらに、その類縁体であるヒドロキシアリール誘導体についても同様な検討を行い、本発明を完成するに至った。

すなわち、本発明は

### (1) 下記一般式(I):

(式中、

Aは、水素原子又はアセチル基を表し、

Eは、2,5-ジ置換若しくは3,5-ジ置換基フェニル基、又は置換基を有していてもよい単環式若しくは縮合多環式へテロアリール基(ただし、該へテロアリール基が、①式(I)中の-CONH-基に直結する環がベンゼン環である縮合多環式へテロアリール基、②無置換のチアゾール-2-イル基、及び③無置換のベンゾチアゾール-2-イル基である場合を除く)を表し、

環 Z は、式 - O - A (式中、Aは上記定義と同義である)及び式 - C O N H - E (式中、E は上記定義と同義である)で表される基の他にさらに置換基を有していてもよいアレーン、又は式 - O - A (式中、A は上記定義と同義である)及び式 - C O N H - E (式中、E は上記定義と同義である)で表される基の他にさらに置換基を有していてもよいヘテロアレーンを表す)で表される化合物及び薬理学的に許容されるその塩、並びにそれらの水和物及びそれらの溶媒和物からなる

群から選ばれる物質を有効成分として含む、癌の予防及び/又は治療のための医薬を提供するものである。

本発明の好ましい医薬としては、

- (2) Aが水素原子である化合物及び薬理学的に許容されるその塩、並びにそれらの水和物及びそれらの溶媒和物からなる群から選ばれる物質を有効成分として含む上記の医薬、
- (3) 環Zが、 $C_6 \sim C_{10}$ のアレーン(該アレーンは、式-O-A(式中、Aは -般式(I)における定義と同義である)及び式-CONH-E(式中、Eは一般式(I)における定義と同義である)で表される基の他にさらに置換基を有していてもよい)、又は5ないし10員の $^{\circ}$ クーアレーン(該 $^{\circ}$ クーアレーンは、式 $^{\circ}$  -O-A(式中、Aは一般式(I)における定義と同義である)及び式 $^{\circ}$  -CONH-E(式中、Eは一般式(I)における定義と同義である)で表される基の他にさらに置換基を有していてもよい)である化合物及び薬理学的に許容されるその塩、並びにそれらの水和物及びそれらの溶媒和物からなる群から選ばれる物質を有効成分として含む上記の医薬、
- (4) 環 Z が、式 O A(式中、Aは一般式(I)における定義と同義である)及び式 CONH E(式中、Eは一般式(I)における定義と同義である)で表される基の他にさらに置換基を有していてもよいベンゼン環、又は式 O A(式中、Aは一般式(I)における定義と同義である)及び式 CONH E(式中、Eは一般式(I)における定義と同義である)で表される基の他にさらに置換基を有していてもよいナフタレン環である化合物及び薬理学的に許容されるその塩、並びにそれらの水和物及びそれらの溶媒和物からなる群から選ばれる物質を有効成分として含む上記の医薬、
- (5) 環 Z が、式 O A(式中、A は一般式(I)における定義と同義である)及び式 C O N H E(式中、E は一般式(I)における定義と同義である)で表される基の他にハロゲン原子をさらに有するベンゼン環である化合物及び薬理学的に許容されるその塩、並びにそれらの水和物及びそれらの溶媒和物からなる

群から選ばれる物質を有効成分として含む上記の医薬、

(6) 環 Z が、式 - O - A(式中、Aは一般式(I)における定義と同義である)及び式 - C O N H - E(式中、E は一般式(I)における定義と同義である)で表される基の他にさらに置換基を有していてもよいナフタレン環である化合物及び薬理学的に許容されるその塩、並びにそれらの水和物及びそれらの溶媒和物からなる群から選ばれる物質を有効成分として含む上記の医薬、

- (7) Eが、2, 5-ジ置換又は3, 5-ジ置換基フェニル基である化合物及び 薬理学的に許容されるその塩、並びにそれらの水和物及びそれらの溶媒和物から なる群から選ばれる物質を有効成分として含む上記の医薬、
- (8) Eが、2,5-ジ置換フェニル基(該置換基のうち少なくとも1個はトリフルオロメチル基である)、又は3,5-ジ置換フェニル基(該置換基のうち少なくとも1個はトリフルオロメチル基である)である化合物及び薬理学的に許容されるその塩、並びにそれらの水和物及びそれらの溶媒和物からなる群から選ばれる物質を有効成分として含む上記の医薬、
- (9) Eが、3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル基である化合物及び 薬理学的に許容されるその塩、並びにそれらの水和物及びそれらの溶媒和物から なる群から選ばれる物質を有効成分として含む上記の医薬、
- (10) Eが、置換基を有していてもよい単環式若しくは縮合多環式へテロアリール基(ただし、該へテロアリール基が、①式(I)中の一CONHー基に直結する環がベンゼン環である縮合多環式へテロアリール基、②無置換のチアゾールー2ーイル基、及び③無置換のベンゾチアゾールー2ーイル基である場合を除く)である化合物及び薬理学的に許容されるその塩、並びにそれらの水和物及びそれらの溶媒和物からなる群から選ばれる物質を有効成分として含む上記の医薬、
- (11) Eが、置換基を有していてもよい5員の単環式へテロアリール基 (ただし、該へテロアリール基が、無置換のチアゾールー2ーイル基である場合を除く)である化合物及び薬理学的に許容されるその塩、並びにそれらの水和物及びそれらの溶媒和物からなる群から選ばれる物質を有効成分として含む上記の医薬を挙

げることができる。

別の観点からは、本発明により、上記の(1)~(11)の医薬の製造のための上記の各物質の使用が提供される。また、本発明により、ヒトを含む哺乳類動物において、癌を予防及び/又は治療する方法であって、上記の各物質の予防及び/又は治療有効量をヒトを含む哺乳類動物に投与する工程を含む方法が提供される。

### 図面の簡単な説明

第1図は、本発明の医薬(化合物番号4)の癌細胞 (B16 melanoma) に対する増殖阻害作用を示した図である。

第2図は、本発明の医薬(化合物番号4)の癌細胞(HT-1080 fibrosarcoma) に対する増殖阻害作用を示した図である。

第3図は、本発明の医薬(化合物番号4)の癌細胞(NB-1 neuroblastoma)に対する増殖阻害作用を示した図である。

第4図は、本発明の医薬(化合物番号4)の癌細胞(HMC-1-8 breast cancer)に対する増殖阻害作用を示した図である。

第5図は、本発明の医薬(化合物番号4)の腫瘍に対する抗癌作用を示した図である。

## 発明を実施するための最良の形態

本発明の理解のために「国際公開第02/49632号パンフレット」の開示を 参照することは有用である。上記「国際公開第02/49632号パンフレット」 の開示の全てを参照として本明細書の開示に含める。

本明細書において用いられる用語の意味は以下の通りである。

「ハロゲン原子」としては、特に言及する場合を除き、弗素原子、塩素原子、臭素原子、又は沃素原子のいずれを用いてもよい。

「炭化水素基」としては、例えば、脂肪族炭化水素基、アリール基、アリーレン

基、アラルキル基、架橋環式炭化水素基、スピロ環式炭化水素基、及びテルペン 系炭化水素等が挙げられる。

「脂肪族炭化水素基」としては、例えば、アルキル基、アルケニル基、アルキニル基、アルキレン基、アルケニレン基、アルキリデン基等の直鎖状又は分枝鎖状の1価若しくは2価の非環式炭化水素基;シクロアルキル基、シクロアルケニル基、シクロアルカンジエニル基、シクロアルキルーアルキル基、シクロアルキレン基、シクロアルケニレン基等の飽和又は不飽和の1価若しくは2価の脂環式炭化水素基等が挙げられる。

「アルキル基」としては、例えば、メチル、エチル、n-プロピル、イソプロピル、n-プチル、1 く 1 と 1 に 1 と 1 に 1 と 1 に 1 と 1 に 1 に 1 と 1 に 1 に 1 に 1 と 1 に 1

「アルケニル基」としては、例えば、ビニル、プロパー1ーエンー1ーイル、アリル、イソプロペニル、ブター1ーエンー1ーイル、ブター2ーエンー1ーイル、ブター3ーエンー1ーイル、2ーメチルプロパー2ーエンー1ーイル、1ーメチルプロパー2ーエンー1ーイル、ペンター2ーエンー1ーイル、ペンター4ーエンー1ーイル、3ーメチルブター2ーエンー1ーイル、3ーメチルブター2ーエンー1ーイル、ヘキサー1ーエンー1ーイル、ヘキサー3ーエンー1ーイル、ヘキサー4ーエンー1ーイル、ヘキサー5ーエンー1ーイル、4ーメ

チルペンター3-xン-1-dル、4-xチルペンター3-xン-1-dル、ヘプター1-xン-1-dル、ヘプター6-xン-1-dル、オクター1-xン-1-dル、オクター7-xン-1-dル、ノナー1-xン-1-dル、ノナー1-xン-1-dル、ノナー1-xン-1-dル、ブカー1-xン-1-dル、ヴァカー1-xン-1-dル、ヴァカー1-xン-1-dル、ドデカー1-xン-1-dル、ドデカー1-xン-1-dル、ドデカー1-xン-1-dル、トリデカー12-xン-1-dル、テトラデカー13-x2-1-dル、ペンタデカー13-x2-1-dル、ペンタデカー14-x2-1-d

「アルキニル基」としては、例えば、エチニル、プロパー1ーイン-1ーイル、プロパー2ーイン-1ーイル、ブター1ーイル、ブター3ーイン-1ーイル、1ーメチルプロパー2ーイン-1ーイル、ペンター1ーイル、ヘキサー1ーイル、ヘキサー1ーイル、ヘキサー1ーイル、ヘキサー1ーイル、ヘキサー1ーイル、ヘキサー1ーイル、ヘキサー1ーイル、オクター1ーイル、ヘプター1ーイル、オクター1ーイン-1ーイル、オクター1ーイン-1ーイル、オクター1ーイン-1ーイル、ブカー1ーイン-1ーイル、ブカー1ーイル、デカー1ーイル、デカー1ーイル、デカー1ーイル、デカー1ーイル、ドデカー1ーイン-1ーイル、トリデカー1ーイル、トリデカー1ーイン-1ーイル、トリデカー12ーイン-1ーイル、テトラデカー11ーイン-11ーイル、テトラデカー13ーイン-11ーイル、テトラデカー11ーイン-11ーイル、テトラデカー11ーイン-11ーイル、テトラデカー11ーイン-11ーイル、テトラデカー11ーイン-11ーイル、テトラデカー11ーイン-11ーイル、テトラデカー11ーイン-11ーイル、テトラデカー11ーイン-11ーイル、ポンタデカー11ーイン-11ーイル、ペンタデカー11ーイン-11ーイル、ポンタデカー11ーイン-11ーイル、ポンタデカー11ーイン-11ーイル、ポンタデカー11ーイン-11ーイル、ポンタデカー11ーイン-11ーイル、ポンタデカー11ーイン-11ーイル、ポンタデカー11ーイン-11ーイル、ポンタデカー11ーイン-11ーイル、ポンタデカー11ーイン-11ーイル、ポンタデカー11ーイン-

「アルキレン基」としては、例えば、メチレン、エチレン、エタン-1, 1-ジ イル、プロパン-1, 3-ジイル、プロパン-1, 2-ジイル、プロパン-2, 2-ジイル、ブタン-1, 4-ジイル、ペンタン-1, 5-ジイル、ヘキサン-1, 6-ジイル、1, 1, 4, 4-テトラメチルブタン-1, 4-ジイル等のC

1~C8の直鎖状又は分枝鎖状のアルキレン基が挙げられる。

「アルケニレン基」としては、例えば、エテンー1,2ージイル、プロペンー1,3ージイル、ブター1ーエンー1,4ージイル、ブター2ーエンー1,4ージイル、2ーメチルプロペンー1,3ージイル、ペンター2ーエンー1,5ージイル、ヘキサー3ーエンー1,6ージイル等の $C_1 \sim C_6$ の直鎖状又は分枝鎖状のアルキレン基が挙げられる。

「アルキリデン基」としては、例えば、メチリデン、エチリデン、プロピリデン、イソプロピリデン、ブチリデン、ペンチリデン、ヘキシリデン等の $C_1 \sim C_6$ の直鎖状又は分枝鎖状のアルキリデン基が挙げられる。

「シクロアルキル基」としては、例えば、シクロプロピル、シクロブチル、シクロペンチル、シクロヘキシル、シクロヘプチル、シクロオクチル等の $C_3 \sim C_8$ のシクロアルキル基が挙げられる。

なお、上記「シクロアルキル基」は、ベンゼン環、ナフタレン環等と縮環していてもよく、例えば、1-インダニル、2-インダニル、1, 2, 3, 4-テトラヒドロナフタレン-2-イル等の基が挙げられる。

「シクロアルケニル基」としては、例えば、2-シクロプロペン-1-イル、2  $-シクロプテン-1-イル、<math>2-シクロペンテン-1-イル、3-シクロペンテン-1-イル、3-シクロペキセン-1-イル、1-シクログテン-1-イル、1-シクロペンテン-1-イル等の<math>C_3\sim C_6$ のシクロアルケニル基が挙げられる。

なお、上記「シクロアルケニル基」は、ベンゼン環、ナフタレン環等と縮環していてもよく、例えば、1ーインダニル、2ーインダニル、1, 2, 3, 4ーテトラヒドロナフタレン-1ーイル、1, 2, 3, 4ーテトラヒドロナフタレン-2ーイル、1ーインデニル、2ーインデニル等の基が挙げられる。

「シクロアルカンジエニル基」としては、例えば、2,4-シクロペンタンジエンー1-イル、2,4-シクロヘキサンジエン-1-イル、2,5-シクロヘキ

サンジェンー1ーイル等の $C_5$ 〜 $C_6$ のシクロアルカンジェニル基が挙げられる。なお、上記「シクロアルカンジェニル基」は、ベンゼン環、ナフタレン環等と縮環していてもよく、例えば、1ーインデニル、2ーインデニル等の基が挙げられる。

「シクロアルキルーアルキル基」としては、「アルキル基」の1つの水素原子が、「シクロアルキル基」で置換された基が挙げられ、例えば、シクロプロピルメチル、1-シクロプロピルエチル、2-シクロプロピルエチル、3-シクロプロピルプロピルプロピル、4-シクロプロピルブチル、5-シクロプロピルペンチル、6-シクロプロピルへキシル、シクロブチルメチル、シクロペンチルメチル、シクロブチルメチル、シクロブチルメチル、シクロペンチルメチル、シクロペンチルメチル、シクロペンチルメチル、シクロペキシルプロピル、シクロペキシルブチル、シクロペキシルブチル、シクロペキシルブチル、シクロペキシルブチル、シクロペキシルブチル、シクロペキシルブチル、シクロオクチルメチル、6-シクロオクチルペキシル等の $C_4$ ~ $C_{14}$ のシクロアルキルーアルキル基が挙げられる。

「シクロアルケニレン基」としては、例えば、2-シクロプロペン-1, 1-ジイル、2-シクロプテン-1, 1-ジイル、2-シクロペンテン-1, 1-ジイル、3-シクロペンテン-1, 1-ジイル、2-シクロペキセン-1, 1-ジイル、2-シクロペキセン-1, 4-ジイル、2-シクロペキセン-1, 1-ジイル、3-シクロペキセン-1, 1-ジイル、1-シクロプテン-1, 1-ジイル、1-シクロプテン-1, 1-ジイル、1-シクロプテン-1, 1-ジイル、1-シクロ

1-シクロペンテンー1, 2-ジイル、1-シクロヘキセンー1, 2-ジイル等の $C_3$ ~ $C_6$ のシクロアルケニレン基が挙げられる。

「アリール基」としては、単環式又は縮合多環式芳香族炭化水素基が挙げられ、例えば、フェニル、1-ナフチル、2-ナフチル、アントリル、フェナントリル、アセナフチレニル等の $C_6 \sim C_{14}$ のアリール基が挙げられる。

なお、上記「アリール基」は、上記「 $C_3 \sim C_8$ のシクロアルキル基」、「 $C_3 \sim C_6$ のシクロアルケニル基」、又は「 $C_5 \sim C_6$ のシクロアルカンジエニル基」等と縮環していてもよく、例えば、4-4ンダニル、5-4ンダニル、1, 2, 3, 4-71、11 、12 、13 、14 、14 、15 、17 、18 、19

「アリーレン基」としては、例えば、1, 2-7ェニレン、1, 3-7ェニレン、1, 4-7ェニレン、ナフタレン-1, 2-ジイル、ナフタレン-1, 3-ジイル、ナフタレン-1, 4-ジイル、ナフタレン-1, 5-ジイル、ナフタレン-1, 6-ジイル、ナフタレン-1, 7-ジイル、ナフタレン-1, 8-ジイル、ナフタレン-2, 3-ジイル、ナフタレン-2, 4-ジイル、ナフタレン-2, 5-ジイル、ナフタレン-2, 6-ジイル、ナフタレン-2, 7-ジイル、ナフタレン-2, 7-ジイル、ナフタレン-2, 8-ジイル、アントラセン-1, 4-ジイル等の $C_6 \sim C_{14}$ のアリーレン基が挙げられる。

「アラルキル基」としては、「アルキル基」の1つの水素原子が、「アリール基」で置換された基が挙げられ、例えば、ベンジル、1ーナフチルメチル、2ーナフチルメチル、アントラセニルメチル、フェナントレニルメチル、アセナフチレニルメチル、ジフェニルメチル、1ーフェネチル、2ーフェネチル、1ー(1ーナフチル)エチル、1ー(2ーナフチル)エチル、2ー(1ーナフチル)エチル、2ー(2ーナフチル)エチル、3ー(1ーナフチル)プ

ロピル、3-(2-ナフチル) プロピル、4-フェニルブチル、<math>4-(1-ナフチル) ブチル、4-(2-ナフチル) ブチル、5-フェニルペンチル、<math>5-(1-ナフチル) ペンチル、5-(2-ナフチル) ペンチル、6-フェニルヘキシル、<math>6-(1-ナフチル) ヘキシル、6-(2-ナフチル) ヘキシル等の $C_7\sim C_{16}$  のアラルキル基が挙げられる。

「架橋環式炭化水素基」としては、例えば、ビシクロ [2.1.0] ペンチル、ビシクロ [2.2.1] ヘプチル、ビシクロ [2.2.1] オクチル、アダマンチル等の基が挙げられる。

「スピロ環式炭化水素基」、としては、例えば、スピロ[3.4]オクチル、スピロ[4.5]デカー1,6ージエニル等の基が挙げられる。

「テルペン系炭化水素」としては、例えば、ゲラニル、ネリル、リナリル、フィチル、メンチル、ボルニル等の基が挙げられる。

「ハロゲン化アルキル基」としては、「アルキル基」の1つの水素原子が「ハロゲン原子」で置換された基が挙げられ、例えば、フルオロメチル、ジフルオロメチル、ブロロメチル、クロロメチル、ジクロロメチル、トリクロロメチル、ブロモメチル、ジブロモメチル、トリブロモメチル、ヨードメチル、ジョードメチル、トリョードメチル、2, 2, 2ートリフルオロエチル、ペンタフルオロエチル、3, 3, 3ートリフルオロプロピル、ヘプタフルオロプロピル、ヘプタフルオロプロピル、ノナフルオロブチル、パーフルオロヘキシル等の1万至13個のハロゲン原子で置換された $C_1 \sim C_6$ の直鎖状又は分枝鎖状のハロゲン化アルキル基が挙げられる。

「ヘテロ環基」としては、例えば、環系を構成する原子(環原子)として、酸素原子、硫黄原子及び窒素原子等から選択されたヘテロ原子1乃至3種を少なくとも1個含む単環式又は縮合多環式ヘテロアリール基、並びに、環系を構成する原子(環原子)として、酸素原子、硫黄原子及び窒素原子等から選択されたヘテロ原子1乃至3種を少なくとも1個含む単環式又は縮合多環式非芳香族ヘテロ環基が挙げられる。

「単環式へテロアリール基」としては、例えば、2-フリル、3-フリル、2-チエニル、3ーチエニル、1ーピロリル、2ーピロリル、3ーピロリル、2ーオ キサゾリル、4-オキサゾリル、5-オキサゾリル、3-イソオキサゾリル、4 ーイソオキサゾリル、5ーイソオキサゾリル、2ーチアゾリル、4ーチアゾリル、 5ーチアゾリル、3ーイソチアゾリル、4ーイソチアゾリル、5ーイソチアゾリ ル、1ーイミダブリル、2ーイミダブリル、4ーイミダブリル、5ーイミダブリ ル、1ーピラブリル、3ーピラブリル、4ーピラブリル、5ーピラブリル、(1, 2, 3-オキサジアゾール) -4-イル、(1, 2, 3-オキサジアゾール) -5 -イル、(1, 2, 4 - オキサジアゾール) - 3 - イル、(1, 2, 4 - オキサジ アゾール) -5 - イル、(1, 2, 5 - オキサジアゾール) -3 - イル、(1, 2, 55-オキサジアゾール) -4-イル、(1, 3, 4-オキサジアゾール) -2-イ ル、(1, 3, 4- オキサジアゾール) - 5 - イル、フラザニル、<math>(1, 2, 3 -2, 4-fアジアゾール) - 3-fル、(1, 2, 4-fアジアゾール) - 5-f-1, 2, 3-トリアゾール) -4-イル、(1H-1, 2, 3-トリアゾール)-5-イル、(2H-1, 2, 3-トリアゾール) -2-イル、(2H-1, 2,3-トリアゾール)-4-イル、(1H-1, 2, 4-トリアゾール)-1-イル、 (1H-1, 2, 4-1)(1H-1, 2, 4-2, 4-17ーテトラゾール) -5-イル、(2H-テトラゾール) -2-イル、(2H-テト ラゾール) -5-イル、2-ピリジル、3-ピリジル、4-ピリジル、3-ピリ ダジニル、4-ピリダジニル、2-ピリミジニル、4-ピリミジニル、5-ピリ ミジニル、2-ピラジニル、(1, 2, 3-トリアジン)-4-イル、(1, 2, 3-

「縮合多環式へテロアリール基」としては、例えば、2ーベンゾフラニル、3ー ベンゾフラニル、4ーベンゾフラニル、5ーベンゾフラニル、6ーベンゾフラニ ル、7ーベンゾフラニル、1ーイソベンゾフラニル、4ーイソベンゾフラニル、 5-イソベンゾフラニル、2-ベンゾ [b] チエニル、3-ベンゾ [b] チェニ ル、4 ーベング [b] チエニル、5 ーベング [b] チエニル、6 ーベング [b] チエニル、7 ーベンゾ [b] チエニル、1 ーベンゾ [c] チエニル、4 ーベンゾ [c] チエニル、5ーベンゾ[c] チエニル、1ーインドリル、1ーインドリル、 2-インドリル、3-インドリル、4-インドリル、5-インドリル、6-イン ドリル、7-インドリル、(2H-イソインドール) -1-イル、(2H-イソイ ンドール) -2-イル、(2H-イソインドール) -4-イル、(2H-イソイン イル、(1H-インダゾール)-6-イル、<math>(1H-インダゾール)-7-イル、 ーインダゾール)-4-イル、(2H-インダゾール)-5-イル、2-ベンゾオ キサゾリル、2-ベンゾオキサゾリル、4-ベンゾオキサゾリル、5-ベンゾオ キサゾリル、6 ーベングオキサゾリル、7 ーベングオキサゾリル、(1,2 ーベン ゾイソオキサゾール) -3-イル、(1,2-ベンゾイソオキサゾール) -4-イ

ル、(1, 2-ベンゾイソオキサゾール) -5-イル、(1, 2-ベンゾイソオキ サゾール) -6 - イル、(1, 2 - ベンゾイソオキサゾール) - 7 - イル、(2, 1-ベンゾイソオキサゾール)-3-イル、(2, 1-ベンゾイソオキサゾール) イソオキサゾール) -6-イル、(2,1-ベンゾイソオキサゾール) -7-イル、 2-ベンゾチアゾリル、4-ベンゾチアゾリル、5-ベンゾチアゾリル、6-ベ ンゾチアゾリル、7ーベンゾチアゾリル、(1,2-ベンゾイソチアゾール)-3 ーイル、(1, 2ーベンゾイソチアゾール) -4-イル、(1, 2-ベンゾイソチ ーベンゾイソチアゾール) -7-イル、(2,1-ベンゾイソチアゾール) -3-イル、(2, 1-ベンゾイソチアゾール) -4-イル、(2, 1-ベンゾイソチア ゾール) -5-イル、(2, 1-ベンゾイソチアゾール) -6-イル、(2, 1-ベンゾイソチアゾール) - 7 - イル、(1, 2, 3 - ベンゾオキサジアゾール) -4-イル、(1, 2, 3-ベンゾオキサジアゾール)-5-イル、(1, 2, 3-ベンゾオキサジアゾール) -6-イル、(1, 2, 3-ベンゾオキサジアゾール) -7-イル、(2, 1, 3ーベンゾオキサジアゾール) -4ーイル、(2, 1, 3 ーベンゾオキサジアゾール) -5-イル、(1, 2, 3-ベンゾチアジアゾール) -4-イル、(1, 2, 3-ベンゾチアジアゾール)-5-イル、(1, 2, 3-ベンゾチアジアゾール) -6-イル、(1, 2, 3-ベンゾチアジアゾール) -7 ーイル、(2, 1, 3ーベンゾチアジアゾール) -4ーイル、(2, 1, 3ーベン ゾチアジアゾール) -5-イル、(1H-ベンゾトリアゾール) -1-イル、(1 H-ベンゾトリアゾール)-4-イル、(1H-ベンゾトリアゾール)-5-イル、 (1H-ベンゾトリアゾール)-6-イル、(1H-ベンゾトリアゾール)-7-イル、(2H-ベンゾトリアゾール) -2-イル、(2H-ベンゾトリアゾール) -4-イル、(2H-ベンゾトリアゾール)-5-イル、2-キノリル、3-キノ リル、4ーキノリル、5ーキノリル、6ーキノリル、7ーキノリル、8ーキノリ ル、1ーイソキノリル、3ーイソキノリル、4ーイソキノリル、5ーイソキノリ

ル、6-イソキノリル、7-イソキノリル、8-イソキノリル、3-シンノリニ ル、4-シンノリニル、5-シンノリニル、6-シンノリニル、7-シンノリニ ル、8-シンノリニル、2-キナゾリニル、4-キナゾリニル、5-キナゾリニ ル、6-キナゾリニル、7-キナゾリニル、8-キナゾリニル、2-キノキサリ ニル、5-キノキサリニル、6-キノキサリニル、1-フタラジニル、5-フタ ラジニル、6-フタラジニル、2-ナフチリジニル、3-ナフチリジニル、4-ナフチリジニル、2ープリニル、6ープリニル、7ープリニル、8ープリニル、 2-プテリジニル、4-プテリジニル、6-プテリジニル、7-プテリジニル、 1-カルバゾリル、2-カルバゾリル、3-カルバゾリル、4-カルバゾリル、  $9-カルバゾリル、2-(\alpha-カルボリニル)、3-(\alpha-カルボリニル)、4 (\alpha-\pi)$ ルボリニル)、 $5-(\alpha-\pi)$ ルボリニル)、 $6-(\alpha-\pi)$ ルボリニル)、7 $-(\alpha-\pi)$ カルボリニル)、 $8-(\alpha-\pi)$ カルボリニル)、 $9-(\alpha-\pi)$ カルボリニル)、 1-(β-カルボニリル)、3-(β-カルボニリル)、4-(β-カルボニリル)、5-(β-カルボニリル)、<math>6-(β-カルボニリル)、7-(β-カルボニリル)、 8-( $\beta$ -カルボニリル)、9-( $\beta$ -カルボニリル)、1-( $\gamma$ -カルボリニル)、  $2 - (\gamma - \pi \mu \pi \mu \pi \mu)$ 、 $4 - (\gamma - \pi \mu \pi \mu \pi \mu)$ 、 $5 - (\gamma - \pi \mu \pi \mu \pi \mu)$ 、  $6 - (\gamma - \mu \pi \mu \pi \mu \pi \mu)$ 、 $7 - (\gamma - \mu \pi \mu \pi \mu \pi \mu)$ 、 $8 - (\gamma - \mu \mu \pi \mu \pi \mu \pi \mu)$ 、 9-(γ-カルボリニル)、1-アクリジニル、2-アクリジニル、3-アクリジ ニル、4-アクリジニル、9-アクリジニル、1-フェノキサジニル、2-フェ ノキサジニル、3-フェノキサジニル、4-フェノキサジニル、10-フェノキ サジニル、1-フェノチアジニル、2-フェノチアジニル、3-フェノチアジニ ル、4-フェノチアジニル、10-フェノチアジニル、1-フェナジニル、2-フェナジニル、1ーフェナントリジニル、2ーフェナントリジニル、3ーフェナ ントリジニル、4-フェナントリジニル、6-フェナントリジニル、7-フェナ ントリジニル、8-フェナントリジニル、9-フェナントリジニル、10-フェ ナントリジニル、2-フェナントロリニル、3-フェナントロリニル、4-フェ ナントロリニル、5-フェナントロリニル、6-フェナントロリニル、7-フェ

ナントロリニル、8-フェナントロリニル、9-フェナントロリニル、10-フェナントロリニル、1-チアントレニル、2-チアントレニル、1-インドリジニル、3-インドリジニル、5-インドリジニル、6-インドリジニル、7-インドリジニル、8-インドリジニル、1-フェノキサチイニル、2-フェノキサチイニル、3-フェノキサチイニル、4-フェノキサチイニル、チエノ〔2,3-b〕フリル、ピロロ〔1,2-b〕ピリダジニル、ピラゾロ〔1,5-a〕ピリジル、イミダゾ〔11,2-a〕ピリジル、イミダゾ〔1,2-a〕ピリジル、イミダゾ〔1,2-a〕ピリジル、イミダゾ〔1,2-a〕ピリジル、イミダゾ〔1,2-b〕ピリダジニル、1,2,4-トリアゾロ〔4,3-a〕ピリジル、1,2,4-トリアゾロ〔4,3-a〕ピリジル、7、2,4-トリアゾロ〔4,3-a〕ピリジンニル、1,2,4-トリアゾロ〔4,3-a〕ピリダジニルをの8万至14員の縮合多環式へテロアリール基が挙げられる。

「単環式非芳香族へテロ環基」としては、例えば、1ーアジリジニル、1ーアゼチジニル、1ーピロリジニル、2ーピロリジニル、3ーピロリジニル、2ーテトラヒドロフリル、3ーアロリジニル、1ーイミダゾリジニル、2ーイミダゾリジニル、1ーイミダゾリジニル、3ーピラゾリジニル、4ーイミダゾリジニル、1ーピラゾリジニル、3ーピラゾリジニル、4ーピラゾリジニル、1ー(2ーピロリニル)、1ー(2ーイミダゾリニル)、2ー(2ーイミダゾリニル)、1ー(2ーピラゾリニル)、3ー(2ーピラゾリニル)、ピペリジノ、2ーピペリジニル、3ーピペリジニル、4ーピペリジニル、1ーホモピペリジニル、2ーテトラヒドロピラニル、モルホリノ、(チオモルホリン) ー4ーイル、1ーピペラジニル、1ーホモピペラジニル等の3乃至7員の飽和若しくは不飽和の単環式非芳香族へテロ環基が挙げられる。

「縮合多環式非芳香族へテロ環基」としては、例えば、2ーキヌクリジニル、2 ークロマニル、3ークロマニル、4ークロマニル、5ークロマニル、6ークロマ ニル、7ークロマニル、8ークロマニル、1ーイソクロマニル、3ーイソクロマ ニル、4ーイソクロマニル、5ーイソクロマニル、6ーイソクロマニル、7ーイ ソクロマニル、8ーイソクロマニル、2ーチオクロマニル、3ーチオクロマニル、 4ーチオクロマニル、5ーチオクロマニル、6ーチオクロマニル、7ーチオクロ

マニル、8ーチオクロマニル、1ーイソチオクロマニル、3ーイソチオクロマニル、4ーイソチオクロマニル、5ーイソチオクロマニル、6ーイソチオクロマニル、7ーインチオクロマニル、8ーイソチオクロマニル、1ーインドリニル、2ーインドリニル、3ーインドリニル、4ーインドリニル、5ーインドリニル、6ーインドリニル、7ーインドリニル、4ーインドリニル、5ーインドリニル、6ーインドリニル、7ーインドリニル、1ーイソインドリニル、2ーイソインドリニル、3ーインドリニル、5ーイソインドリニル、2ー(4Hークロメニル)、3ー(4Hークロメニル)、4ー(4Hークロメニル)、5ー(4Hークロメニル)、6ー(4Hークロメニル)、7ー(4Hークロメニル)、8ー(4Hークロメニル)、1ーイソクロメニル、3ーイソクロメニル、4ーイソクロメニル、5ーイソクロメニル、1ー(1Hーピロリジニル、7ーイソクロメニル、8ーイソクロメニル、1ー(1Hーピロリジニル)、2ー(1Hーピロリジニル)、3ー(1Hーピロリジニル)、7ー(1Hーピロリジニル)、5ー(1Hーピロリジニル)、7ー(1Hーピロリジニル)等の8万至10員の飽和若しくは不飽和の縮合多環式非芳香族へテロ環基が挙げられる。

上記「ヘテロ環基」の中で、環系を構成する原子(環原子)として、結合手を有する窒素原子の他に、酸素原子、硫黄原子及び窒素原子等から選択されたヘテロ原子1乃至3種を有していてもよい単環式又は縮合多環式ヘテロアリール基、並びに、環系を構成する原子(環原子)として、結合手を有する窒素原子の他に、酸素原子、硫黄原子及び窒素原子等から選択されたヘテロ原子1乃至3種を有していてもよい単環式又は縮合多環式非芳香族ヘテロ環基を「環状アミノ基」と称し、例えば、1ーピロリジニル、1ーイミダグリジニル、1ーピラグリジニル、1ーオキサグリジニル、1ーチアグリジニル、ピペリジノ、モルホリノ、1ーピペラジニル、チオモルホリンー4ーイル、1ーホモピペリジニル、1ーホモピペラジニル、チオモルホリンー4ーイル、1ーホモピペリジニル、1ーホモピペラジニル、2ーピロリンー1ーイル、2ーイミダグリンー1ーイル、2ーピラグリンー1ーイル、1ーインドリニル、1、2、3、4ーテトラヒドロキノリンー1ーイル、1、2、3、4ーテトラヒドロイソキノリンー2ーイル、1ーピロリル、1ーイミダグリル、1ーピラグリル、1ーインドリ

ル、1-インダゾリル、2-イソインドリル等の基が挙げられる。

上記「シクロアルキル基」、「シクロアルケニル基」、「シクロアルカンジェニル基」、「アリール基」、「シクロアルキレン基」、「シクロアルケニレン基」、「アリーレン基」、「架橋環式炭化水素基」、「スピロ環式炭化水素基」、及び「ヘテロ環基」を総称して「環式基」と称する。また、該「環式基」の中で、特に「アリール基」、「アリーレン基」、「単環式ヘテロアリール基」、及び「縮合多環式ヘテロアリール基」を総称して「芳香環式基」と称する。

「炭化水素ーオキシ基」としては、「ヒドロキシ基」の水素原子が「炭化水素基」で置換された基が挙げられ、「炭化水素」としては、上記「炭化水素基」と同様の基が挙げられる。「炭化水素ーオキシ基」としては、例えば、アルコキシ基(アルキルーオキシ基)、アルケニルーオキシ基、アルキニルーオキシ基、シクロアルキルーオキシ基、シクロアルキルーオキシ基、シクロアルキルーオキシ基、シクロアルキルーオキシ基、アリールーオキシ基;アラルキルーオキシ基;アルキレンージオキシ基等が挙げられる。

「アルコキシ基 (アルキルーオキシ基)」としては、例えば、メトキシ、エトキシ、n-プロポキシ、イソプロポキシ、n-ブトキシ、n-ブトキシ、n-ブトキシ、n-プレオキシ、n-プレオキシ、n-ペンチルオキシ、n-ペンチルオキシ、n-ペンチルオキシ、n-ペンチルオキシ、n-ペンチルオキシ、n-ペンチルオキシ、n-ペンチルオキシ、n-ペンチルオキシ、n-ペンチルオキシ、n-ペンチルオキシ、n-ペンチルオキシ、n-ペンチルオキシ、n-ペンチルオキシ、n-ペンチルオキシ、n-0 、n-0 、n-

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

المراجع المراجع المراجع

「アルケニル-オキシ基」としては、例えば、ビニルオキシ、(プロパー1-エン -1-イル)オキシ、アリルオキシ、イソプロペニルオキシ、(ブタ-1-エン-1ーイル)オキシ、(ブター2ーエンー1ーイル)オキシ、(ブター3ーエンー1 ーイル)オキシ、(2-メチルプロパー2-エンー1-イル)オキシ、(1-メチ  $\mu$ プロパー2ーエンー1ーイル)オキシ、(ペンター1ーエンー1ーイル)オキシ (ペンター2ーエンー1ーイル)オキシ、(ペンター3ーエンー1ーイル)オキシ、  $(^{\circ}$  ペンター4ーエンー1ーイル)オキシ、 $(^{\circ}$  3ーメチルブター2ーエンー1ーイル) オキシ、(3-メチルブタ-3-エン-1-イル)オキシ、(ヘキサ-1-エン-1-イル)オキシ、(ヘキサー2-エン-1-イル)オキシ、(ヘキサー3-エン -1-イル)オキシ、(ヘキサ-4-エン-1-イル)オキシ、(ヘキサ-5-エ ン-1-イル)オキシ、(4-メチルペンタ-3-エン-1-イル)オキシ、(4ーメチルペンター3ーエンー1ーイル)オキシ、(ヘプター1ーエンー1ーイル) オキシ、(ヘプター6ーエンー1ーイル) オキシ、(オクター1ーエンー1ーイル) オキシ、(オクター7ーエンー1ーイル) オキシ、(ノナー1ーエンー1ーイル) オキシ、(ノナー8-エンー1ーイル) オキシ、(デカー1-エンー1ーイル) オ キシ、(デカー9-エンー1-イル) オキシ、(ウンデカー1-エンー1-イル) オキシ、(ウンデカー10-エンー1-イル) オキシ、(ドデカー1-エンー1-イル)オキシ、(ドデカー11-エンー1ーイル)オキシ、(トリデカー1-エン -1-イル)オキシ、(トリデカ-12-エン-1-イル)オキシ、(テトラデカ ー1-エン-1-イル)オキシ、(テトラデカ-13-エン-1-イル)オキシ、 (ペンタデカー1ーエンー1ーイル) オキシ、(ペンタデカー14ーエンー1ーイ ル) オキシ等のC2~C15の直鎖状又は分枝鎖状のアルケニルーオキシ基が挙げ られる。

「アルキニルーオキシ基」としては、例えば、エチニルオキシ、(プロパー1-イン-1-イル) オキシ,(プロパー2-イン-1-イル)オキシ,(ブター1-イン-1-イル)オキシ、(ブター3-イン-1-イル)オキシ、(1-メチルプロパー2-イン-1-イル)オキシ,(ペンター1-イン-1-イル)オキシ、(ペ

ンター4ーインー1ーイル) オキシ、(ヘキサー1ーインー1ーイル) オキシ、(ヘキサー5ーインー1ーイル) オキシ、(ヘプター1ーインー1ーイル) オキシ、(ヘプター6ーインー1ーイル) オキシ、(オクター1ーインー1ーイル) オキシ、(オクター7ーインー1ーイル) オキシ、(オクター7ーインー1ーイル) オキシ、(ナー8ーインー1ーイル) オキシ、(デカー1ーインー1ーイル) オキシ、(デカー9ーインー1ーイル) オキシ、(ウンデカー1ーインー1ーイル) オキシ、(ウンデカー10ーインー1ーイル) オキシ、(ドデカー11ーインー1ーイル) オキシ、(ドデカー11ーインー1ーイル) オキシ、(トリデカー12ーインー1ーイル) オキシ、(トリデカー12ーインー1ーイル) オキシ、(テトラデカー13ーインー1ーイル) オキシ、(ペンタデカー1ーインー1ーイル) オキシ、(ペンタデカー1ーインー1ーイル) オキシ、(ペンタデカー1ーインー1ーイル) オキシ、(ペンタデカー1ーインー1ーイル) オキシ、(ペンタデカー1ーインー1ーイル) オキシ、(ペンタデカー1ーインー1ーイル) オキシ等の  $C_2 \sim C_{15}$  の直鎖状又は分枝鎖状のアルキニルーオキシ基が挙げられる。

「シクロアルキルーオキシ基」としては、例えば、シクロプロポキシ、シクロブトキシ、シクロペンチルオキシ、シクロヘキシルオキシ、シクロペプチルオキシ、シクロオクチルオキシ等の $C_3 \sim C_8$ のシクロアルキルーオキシ基が挙げられる。「シクロアルキルーアルキルーオキシ基」としては、例えば、シクロプロピルメトキシ、1-シクロプロピルエトキシ、2-シクロプロピルエトキシ、3-シクロプロピルプロポキシ、4-シクロプロピルブトキシ、5-シクロプロピルペンチルオキシ、6-シクロプロピルへキシルオキシ、シクロブチルメトキシ、シクロブチルメトキシ、シクロブチルメトキシ、シクロインチルメトキシ、シクロインチルメトキシ、シクロペンチルメトキシ、シクロペンチルメトキシ、シクロペンチルメトキシ、カロオクチルメトキシ、4-シクロヘキシルブトキシ、シクロヘプチルメトキシ、シクロオクチルメトキシ、6-シクロオクチルへキシルオキシ等の $C_4 \sim C_{14}$ のシクロアルキルーアルキルーオキシ基が挙げられる。

「アリールーオキシ基」としては、例えば、フェノキシ、1ーナフチルオキシ、2ーナフチルオキシ、アントリルオキシ、フェナントリルオキシ、アセナフチレニルオキシ等の $C_6 \sim C_{14}$ のアリールーオキシ基が挙げられる。

「アルキレンジオキシ基」としては、例えば、メチレンジオキシ、エチレンジオキシ、1-メチルメチレンジオキシ、1, 1-ジメチルメチレンジオキシ等の基が挙げられる。

「ハロゲン化アルコキシ基(ハロゲン化アルキルーオキシ基)」としては、「ヒドロキシ基」の水素原子が「ハロゲン化アルキル基」で置換された基が挙げられ、例えば、フルオロメトキシ、ジフルオロメトキシ、クロロメトキシ、ブロモメトキシ、ヨードメトキシ、トリフルオロメトキシ、トリクロロメトキシ、2,2,2ートリフルオロエトキシ、ペンタフルオロエトキシ、3,3,3ートリフルオロプポキシ、ヘプタフルオロイソプロポキシ、ノナフルオロブトキシ、パーフルオロヘキシルオキシ等の1万至13個のハロゲン原子で置換された $C_1 \sim C_6$ の直鎖状又は分枝鎖状のハロゲン化アルコキシ基が挙げられる。

「ヘテロ環ーオキシ基」としては、「ヒドロキシ基」の水素原子が、「ヘテロ環基」で置換された基が挙げられ、「ヘテロ環」としては、上記「ヘテロ環基」と同様の基が挙げられる。「ヘテロ環ーオキシ基」としては、例えば、単環式ヘテロアリールーオキシ基、縮合多環式ヘテロアリールーオキシ基、単環式非芳香族ヘテロ環

ーオキシ基、縮合多環式非芳香族へテロ環ーオキシ基等が挙げられる。

「単環式へテロアリールーオキシ基」としては、例えば、3-チエニルオキシ、 (イソキサゾール-3-イル) オキシ、(チアゾール-4-イル) オキシ、2-ピ リジルオキシ、3-ピリジルオキシ、4-ピリジルオキシ、(ピリミジン-4-イ ル) オキシ等の基が挙げられる。

「縮合多環式へテロアリールーオキシ基」としては、5 ーインドリルオキシ、(ベンズイミダゾールー2ーイル) オキシ、2 ーキノリルオキシ、3 ーキノリルオキシ、4 ーキノリルオキシ等の基が挙げられる。

「単環式非芳香族へテロ環ーオキシ基」としては、例えば、3-ピロリジニルオキシ、4-ピペリジニルオキシ等の基が挙げられる。

「縮合多環式非芳香族へテロ環ーオキシ基」としては、例えば、3-インドリニルオキシ、4-クロマニルオキシ等の基が挙げられる。

「炭化水素ースルファニル基」としては、「スルファニル基」の水素原子が、「炭化水素基」で置換された基が挙げられ、「炭化水素」としては、上記「炭化水素基」と同様の基が挙げられる。「炭化水素ースルファニル基」としては、例えば、アルキルースルファニル基、アルキニルースルファニル基、アルキニルースルファニル基、シクロアルキルースルファニル基、シクロアルキルースルファニル基等の脂肪族炭化水素ースルファニル基;アリールースルファニル基、アラルキルースルファニル基等が挙げられる。

「アルキルースルファニル基」としては、例えば、メチルスルファニル、エチルスルファニル、n-プロピルスルファニル、d ソプロピルスルファニル、n-プ チルスルファニル、d ソブチルスルファニル、d e c d で

「アルケニルースルファニル基」としては、例えば、ビニルスルファニル、(プロ パー1-エン-1-イル)スルファニル、アリルスルファニル、イソプロペニル スルファニル、(ブター1ーエンー1ーイル) スルファニル、(ブター2ーエンー 1ーイル) スルファニル、(ブター3-エン-1-イル) スルファニル、(2-メ チルプロパー2-エン-1-イル) スルファニル、(1-メチルプロパー2-エン -1-イル)スルファニル、(ペンタ-1-エン-1-イル)スルファニル、(ペ ンター2ーエンー1ーイル)スルファニル、(ペンター3ーエンー1ーイル)スル ファニル、(ペンター4ーエンー1ーイル)スルファニル、(3ーメチルプター2 ーエンー1ーイル) スルファニル、(3ーメチルブター3ーエンー1ーイル) スル ファニル、(ヘキサー1ーエンー1ーイル) スルファニル、(ヘキサー2ーエンー 1ーイル) スルファニル、(ヘキサー3-エン-1-イル) スルファニル、(ヘキ サー4-エン-1-イル) スルファニル、(ヘキサー5-エン-1-イル) スルフ ァニル、(4-メチルペンタ-3-エン-1-イル) スルファニル、(4-メチル ペンター3ーエンー1ーイル) スルファニル、(ヘプター1ーエンー1ーイル) ス ルファニル、(ヘプター6ーエンー1ーイル) スルファニル、(オクター1ーエン -1-イル)スルファニル、(オクター7-エンー1-イル)スルファニル、(ノ ナー1ーエンー1ーイル)スルファニル、(ノナー8ーエンー1ーイル)スルファ

ニル、(デカー1-エンー1-イル) スルファニル、(デカー9-エンー1-イル) スルファニル、(ウンデカー1-エンー1-イル) スルファニル、(ウンデカー10-エンー1-イル) スルファニル、(ドデカー11-エンー1-イル) スルファニル、(ドデカー11-エンー1-イル) スルファニル、(トリデカー12-エンー1-イル) スルファニル、(トリデカー12-エンー1-イル) スルファニル、(テトラデカー13-エンー1-イル) スルファニル、(ペンタデカー11-エンー11-イル) スルファニル、(ペンタデカー11-エンー11-イル) スルファニル、(ペンタデカー11-エンー11-イル) スルファニル、(ペンタデカー11-エンー11-イル) スルファニル、(ペンタデカー11-エンー11-イル) スルファニル、(ペンタデカー11-エンー11-イル) スルファニル、(ペンタデカー11-エンー11-イル) スルファニル、(ペンタデカー11-エンー11-イル) スルファニル等の11-エンー11-イル) スルファニル、(ペンタデカー11-エンー11-イル) スルファニル等の11-エンー11-イル) スルファニル等の11-エンー11-イル) スルファニル等の11-エンー11-イル)スルファニル等の11-エンー11-イル)スルファニル等の11-エンー11-イル)スルファニル等の11-エンー11-イル)スルファニル等の11-エンー11-イル)スルファニル等の11-エンー11-イル)スルファニル等の11-エンー11-イル)スルファニル等の11-エンー11-イル)スルファニル等の11-エンー11-イル)スルファニル等の11-エンー11-イル)スルファニル等の11-エンー11-イル)スルファニル等の11-エンー11-イル)スルファニル、(ペンタデカー11-エンー11-イル)スルファニル等の11-エンー11-イル)スルファニル、(ペンタデカー11-エンー11-イル)スルファニル、(ペンタデカー11-エンー11-イル)スルファニル、(ペンタデカー11-エンー11-イル)スルファニル、(ペンタデカー11-エンー11-イル)スルファニル、(ペンタデカー11-エンー11-イル)スルファニル、(ペンタデカー11-エンー11-イル)スルファニル、(ペンタデカー11-エンー11-イル)スルファニル、(ペンタデカー11-エンー11-イル)スルファニル、(ペンタデカー11-エンー1-イル)スルファニル、(ペンタデカー11-エンー1-イル)スルファニル、(ペンタデカー11-エンー1-イル)スルファニル、(ペンタデカー11-エンー1-イル)スルファニル、(ペンタデカー11-エンー1-イル)スルファニル、(ペンタデカー11-エンー1-イル)スルファニル、(ペンタデカー11-エンー1-イル)スルファニル、(ペンタデカー11-エンー1-イル)スルファニル、(ペンタデカー11-エンー1-イル)スルファニル、(ペンタデカー11-エンー1-イル)スルファニル、(ペンタデカー11-エンー1-イル)スルファニル、(ペンタデカー11-エンー1-イル)スルファニル、(ペンタデカー11-エンー1-イル)スルファニル、(ペンタデカー11-エンー1-イル)スルファニル、(ペンタデカー11-エンー1-イル)スルファニル

「アルキニルースルファニル基」としては、例えば、エチニルスルファニル、(プ ロパー1ーインー1ーイル) スルファニル, (プロパー2ーインー1ーイル) スル ファニル, (ブター1ーイン-1ーイル) スルファニル、(ブター3ーイン-1-イル)スルファニル、(1-メチルプロパー2-イン-1-イル)スルファニル、 (ペンター1ーインー1ーイル) スルファニル、(ペンター4ーインー1ーイル) スルファニル、(ヘキサー1ーインー1ーイル) スルファニル、(ヘキサー5ーイ ンー1ーイル) スルファニル、(ヘプター1ーインー1ーイル、(ヘプター6ーイ ンー1ーイル) スルファニル、(オクター1ーインー1ーイル) スルファニル、(オ クター7ーインー1ーイル) スルファニル、(ノナー1ーイン-1ーイル) スルフ アニル、(ノナー8-イン-1-イル) スルファニル、(デカ-1-イン-1-イ ル) スルファニル、(デカー9ーイン-1ーイル) スルファニル、(ウンデカー1 ーイン-1-イル) スルファニル、(ウンデカ-10-イン-1-イル) スルファ ニル、(ドデカー1ーイン-1ーイル) スルファニル、(ドデカー11ーイン-1 ーイル)スルファニル、(トリデカー1-イン-1-イル)スルファニル、(トリ デカー12ーインー1ーイル)スルファニル、(テトラデカー1ーインー1ーイル) スルファニル、(テトラデカー13-イン-1-イル) スルファニル、(ペンタデ カー1ーインー1ーイル) スルファニル、(ペンタデカー14ーインー1ーイル) スルファニル等の C。~ C15 の直鎖状又は分枝鎖状のアルキニルースルファニル

基が挙げられる。

「シクロアルキルースルファニル基」としては、例えば、シクロプロピルスルファニル、シクロブチルスルファニル、シクロペンチルスルファニル、シクロヘキシルスルファニル、シクロへプチルスルファニル、シクロオクチルスルファニル等の $C_3 \sim C_8$ のシクロアルキルースルファニル基が挙げられる。

「シクロアルキルーアルキルースルファニル基」としては、例えば、(シクロプロピルメチル) スルファニル、(1-シクロプロピルエチル) スルファニル、(2-シクロプロピルエチル) スルファニル、(3-シクロプロピルプロピル) スルファニル、(4-シクロプロピルブチル) スルファニル、(5-シクロプロピルベンチル) スルファニル、(6-シクロプロピルベキシル) スルファニル、(0クロブロピルベンチル) スルファニル、(0クロブロピルへキシル) スルファニル、(0クロブチルメチル) スルファニル、(0クロベンチルメチル) スルファニル、(0クロベンチルメチル) スルファニル、(0クロベンチルメチル) スルファニル、(0クロベンチルメチル) スルファニル、(0クロベンチルメチル) スルファニル、(0クロベキシルブロピル) スルファニル、(0クロベキシルブチル) スルファニル、(0クロベキシルブチル) スルファニル、(0クロベナシルメチル) スルファニル、(0クロベナシャンチャンチャンチャンチャン スルファニル、(00クロオクチルメチル) スルファニル、(00クロオクチルメチル) スルファニル、(00クロオクチルベキシル) スルファニル等の00~0~14のシクロアルキルーアルキルースルファニル基が挙げられる。

「アリールースルファニル基」としては、例えば、フェニルスルファニル、1ーナフチルスルファニル、2ーナフチルスルファニル、アントリルスルファニル、フェナントリルスルファニル、アセナフチレニルスルファニル等の $C_6 \sim C_{14}$ のアリールースルファニル基が挙げられる。

「アラルキルースルファニル基」としては、例えば、ベンジルスルファニル、(1ーナフチルメチル) スルファニル、(2ーナフチルメチル) スルファニル、(アントラセニルメチル) スルファニル、(アンセナフチレニルメチル) スルファニル、(アセナフチレニルメチル) スルファニル、(ジフェニルメチル) スルファニル、(1ーフェネチル) スルファニル、(2ーフェネチル) スルファニル、(1ーナフチル) エチル) スルファニル、(1ー(2ーナフチル) エチル) スルファニル、

WO 03/103655 PCT/JP03/07121 ·

(2-(1-t)7+n) エチル)スルファニル、(2-(2-t)7+n) エチル)スルファニル、(3-7) エチル)スルファニル、(3-(1-t)7+n) プロピル)スルファニル、(3-(2-t)7+n) プロピル)スルファニル、(4-t) スルファニル、(4-t) スルファニル スルファニル スルファニル スルファニル等の(4-t) スルファニル スルファニル 基が挙げられる。

「ハロゲン化アルキルースルファニル基」としては、「スルファニル基」の水素原子が「ハロゲン化アルキル基」で置換された基が挙げられ、例えば、(フルオロメチル) スルファニル、(クロロメチル) スルファニル、(ブロモメチル) スルファニル、(ヨードメチル) スルファニル、(ジフルオロメチル) スルファニル、(トリフルオロメチル) スルファニル、(トリクロロメチル) スルファニル、(2, 2, 2ートリフルオロエチル) スルファニル、(ペンタフルオロエチル) スルファニル、(3, 3, 3ートリフルオロプロピル) スルファニル、(ヘプタフルオロプロピル) スルファニル、(ハプタフルオロプロピル) スルファニル、(ハプタフルオロイソプロピル) スルファニル、(ノナフルオロブチル) スルファニル、(パーフルオロヘキシル) スルファニル等の1万至13個のハロゲン原子で置換された $C_1 \sim C_6$ の直鎖状又は分枝鎖状のハロゲン化アルキルースルファニル基が挙げられる。

「ヘテロ環ースルファニル基」としては、「スルファニル基」の水素原子が、「ヘテロ環基」で置換された基が挙げられ、「ヘテロ環」としては、上記「ヘテロ環基」と同様の基が挙げられる。「ヘテロ環ースルファニル基」としては、例えば、単環式ヘテロアリールースルファニル基、縮合多環式ヘテロアリールースルファニル基、単環式非芳香族ヘテロ環ースルファニル基、縮合多環式非芳香族ヘテロ環ースルファニル基等が挙げられる。

「単環式へテロアリールースルファニル基」としては、例えば、(イミダゾールー

2-4ル) スルファニル、(1,2,4-1) アゾールー2-4ル) スルファニル、 (ピリジンー2-4ル) スルファニル、(ピリジンー4-4ル) スルファニル、(ピリミジンー2-4ル) スルファニル等の基が挙げられる。

「縮合多環式へテロアリールースルファニル基」としては、(ベンズイミダゾール -2-イル) スルファニル、(キノリン-2-イル) スルファニル、(キノリン-4-イル) スルファニル等の基が挙げられる。

「単環式非芳香族へテロ環ースルファニル基」としては、例えば、(3-ピロリジニル)スルファニル、(4-ピペリジニル)スルファニル等の基が挙げられる。

「縮合多環式非芳香族へテロ環ースルファニル基」としては、例えば、(3ーインドリニル) スルファニル、(4ークロマニル) スルファニル等の基が挙げられる。「アシル基」としては、例えば、ホルミル基、グリオキシロイル基、チオホルミル基、カルバモイル基、チオカルバモイル基、スルファモイル基、スルフィナモイル基、カルボキシ基、スルホ基、ホスホノ基、及び下記式:

(式中、R<sup>a</sup>¹及びR<sup>b</sup>¹は、同一又は異なって、炭化水素基又はヘテロ環基を表すか、あるいはR<sup>a</sup>¹及びR<sup>b</sup>¹が一緒になって、それらが結合している窒素原子と共に環状アミノ基を表す)で表される基が挙げられる。

上記「アシル基」の定義において、

式( $\omega$ -1A)で表される基の中で、 $R^{a1}$ が炭化水素基である基を「炭化水素 - カルボニル基」(具体例: アセチル、プロピオニル、ブチリル、イソブチリル、バレリル、イソバレリル、ピバロイル、ラウロイル、ミリストイル、パルミトイル、アクリロイル、プロピオロイル、メタクリロイル、クロトノイル、イソクロトノイル、シクロヘキシルカルボニル、シクロヘキシルメチルカルボニル、ベンゾイル、1-ナフトイル、2-ナフトイル、フェニルアセチル等の基)、 $R^{a1}$ がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ーカルボニル基」(具体例: 2-テノイル、3-フロイル、ニコチノイル、イソニコチノイル等の基)と称する。

式(ω-2A)で表される基の中で、R<sup>a1</sup>が炭化水素基である基を「炭化水素-オキシーカルボニル基」(具体例:メトキシカルボニル、エトキシカルボニル、フェノキシカルボニル、ベンジルオキシカルボニル等の基)、R<sup>a1</sup>がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ーオキシーカルボニル基」(具体例:3-ピリジルオキシカルボニル等の基)と称する。

式 (ω-3A) で表される基の中で、R<sup>a1</sup>が炭化水素基である基を「炭化水素-カルボニル-カルボニル基」(具体例:ピルボイル等の基)、R<sup>a1</sup>がヘテロ環基である基を「ヘテロ環-カルボニル-カルボニル基」と称する。

式(ω-4A)で表される基の中で、R<sup>a1</sup>が炭化水素基である基を「炭化水素-オキシーカルボニルーカルボニル基」(具体例:メトキサリル、エトキサリル等の基)、R<sup>a1</sup>がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ーオキシーカルボニルーカルボニル基」と称する。

式  $(\omega - 5 A)$  で表される基の中で、 $R^{a1}$ が炭化水素基である基を「炭化水素 - スルファニルーカルボニル基」、 $R^{a1}$ がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ースルファニルーカルボニル基」と称する。

式 (ω-6 A) で表される基の中で、R<sup>\*1</sup>が炭化水素基である基を「炭化水素-チオカルボニル基」、R<sup>\*1</sup>がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ーチオカルボニル基」と称する。

式(ω-7A)で表される基の中で、R \* 1が炭化水素基である基を「炭化水素-

オキシーチオカルボニル基」、R<sup>a1</sup>がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ーオキシーチオカルボニル基」と称する。

式  $(\omega-9A)$  で表される基の中で、 $R^{*1}$ が炭化水素基である基を「N-炭化水素ーカルバモイル基」(具体例: N-メチルカルバモイル等の基)、 $R^{*1}$ がヘテロ環基である基を「N-ヘテロ環ーカルバモイル基」と称する。

式( $\omega-1$ 0A)で表される基の中で、 $R^{a1}$ 及び $R^{b1}$ が炭化水素基である基を「N, N-ジ(炭化水素) -カルバモイル基」(具体例:N, N-ジメチルカルバモイル等の基)、 $R^{a1}$ 及び $R^{b1}$ がヘテロ環基である基を「N, N-ジ(ヘテロ環) -カルバモイル基」、 $R^{a1}$ が炭化水素基であり $R^{b1}$ がヘテロ環基である基を「N-炭化水素-N-ヘテロ環ー置換カルバモイル基」、 $R^{a1}$ 及び $R^{b1}$ が一緒になって、それらが結合している窒素原子と共に環状アミノ基である基を「環状アミノーカルボニル基」(具体例:モルホリノカルボニル等の基)と称する。

式( $\omega-1$  1 A)で表される基の中で、 $R^{a1}$ が炭化水素基である基を「N-炭化 水素-チオカルバモイル基」、 $R^{a1}$ がヘテロ環基である基を「N-ヘテロ環-チオカルバモイル基」と称する。

式 $(\omega-12A)$ で表される基の中で、 $R^{a1}$ 及び $R^{b1}$ が炭化水素基である基を「N, N-ジ(炭化水素)-チオカルバモイル基」、 $R^{a1}$ 及び $R^{b1}$ がヘテロ環基である基を「N, N-ジ(ヘテロ環)-チオカルバモイル基」、 $R^{a1}$ が炭化水素基であり $R^{b1}$ がヘテロ環基である基を「N-炭化水素-N-ヘテロ環-チオカルバモイル基」、 $R^{a1}$ 及び $R^{b1}$ が一緒になって、それらが結合している窒素原子と共に環状アミノ基である基を「環状アミノーチオカルボニル基」と称する。

式  $(\omega-13A)$  で表される基の中で、 $R^{*1}$ が炭化水素基である基を「N-炭化水素ースルファモイル基」、 $R^{*1}$ がヘテロ環基である基を「N-ヘテロ環ースルファモイル基」と称する。

式 $(\omega-14A)$ で表される基の中で、 $R^{*1}$ 及び $R^{*1}$ が炭化水素基である基を「N, N-ジ(炭化水素)-スルファモイル基」(具体例:N, N-ジメチルスルファモイル等の基)、 $R^{*1}$ 及び $R^{*1}$ がヘテロ環基である基を「N, N-ジ(ヘテロ環)スルファモイル基」、 $R^{*1}$ が炭化水素基であり  $R^{*1}$ がヘテロ環基である基を「Nー炭化水素-Nーヘテロ環-スルファモイル基」、 $R^{*1}$ 及び $R^{*1}$ が一緒になって、それらが結合している窒素原子と共に環状アミノ基である基を「環状アミノースルホニル基」(具体例:1-ピロリルスルホニル等の基)と称する。

式( $\omega-1$  5 A)で表される基の中で、 $R^{*1}$ が炭化水素基である基を「N-炭化水素-スルフィナモイル基」、 $R^{*1}$ がヘテロ環基である基を「N-ヘテロ環-スルフィナモイル基」と称する。

式 $(\omega-16A)$ で表される基の中で、 $R^{a1}$ 及び $R^{b1}$ が炭化水素基である基を「N, N-ジ(炭化水素) -スルフィナモイル基」、 $R^{a1}$ 及び $R^{b1}$ がヘテロ環基である基を「N, N-ジ(ヘテロ環) -スルフィナモイル基」、 $R^{a1}$ が炭化水素基であり $R^{b1}$ がヘテロ環基である基を「N-炭化水素-N-ヘテロ環-スルフィナモイル基」、 $R^{a1}$ 及び $R^{b1}$ が一緒になって、それらが結合している窒素原子と共に環状アミノ基である基を「環状アミノースルフィニル基」と称する。

式  $(\omega-17A)$  で表される基の中で、 $R^{*1}$ が炭化水素基である基を「炭化水素 - オキシースルホニル基」、 $R^{*1}$ がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ーオキシースルホニル基」と称する。

式  $(\omega-18A)$  で表される基の中で、 $R^{*1}$ が炭化水素基である基を「炭化水素 - オキシースルフィニル基」、 $R^{*1}$ がヘテロ環基である基を「ヘテロ環- オキシースルフィニル基」と称する。

式  $(\omega-19A)$  で表される基の中で、 $R^{a1}$ 及び  $R^{b1}$  が炭化水素基である基を  $\Gamma$ O, O' - ジ (炭化水素) - ホスホノ基」、 $R^{a1}$ 及び  $R^{b1}$  がヘテロ環基である基を  $\Gamma$ O, O' - ジ (ヘテロ環) - ホスホノ基」、 $R^{a1}$  が炭化水素基であり  $R^{b1}$  がヘテロ環基である基を  $\Gamma$ O - 炭化水素  $\Gamma$ O - スポノ基」と称する。

式(ω-20A)で表される基の中で、R \* 1 が炭化水素基である基を「炭化水素

WO 03/103655 PCT/JP03/07121 --

-スルホニル基」(具体例:メタンスルホニル、ベンゼンスルホニル等の基)、R \*1がヘテロ環基である基を「ヘテロ環-スルホニル基」と称する。

式 (ω-21A) で表される基の中で、R<sup>\*1</sup>が炭化水素基である基を「炭化水素 -スルフィニル基」具体例:メチルスルフィニル、ベンゼンスルフィニル等の基)、 R<sup>\*1</sup>がヘテロ環基である基を「ヘテロ環-スルフィニル基」と称する。

上記式( $\omega-1$  A)乃至( $\omega-2$  1 A)で表される基における「炭化水素」としては、上記「炭化水素基」と同様の基が挙げられる。例えば、式( $\omega-1$  A)で表される「炭化水素- カルボニル基」としては、アルキル- カルボニル基、アルケニル- カルボニル基、アルキニル- カルボニル基、シクロアルケニル- カルボニル基、シクロアルカンジェニル- カルボニル基、シクロアルキル- カルボニル基;アリール- カルボニル基;アラルキル- カルボニル基;スピロ環式炭化水素- カルボニル基;テルペン系炭化水素- カルボニル基が挙げられる。以下、式( $\omega-2$  A)乃至( $\omega-2$  1 A)で表される基も同様である。

上記式( $\omega-1$  A)乃至( $\omega-2$  1 A)で表される基における「ヘテロ環」としては、上記「ヘテロ環基」と同様の基が挙げられる。例えば、式( $\omega-1$  A)で表される「ヘテロ環ーカルボニル基」としては、例えば、単環式ヘテロアリールーカルボニル基、縮合多環式ヘテロアリールーカルボニル基、単環式非芳香族ヘテロ環ーカルボニル基、縮合多環式非芳香族ヘテロ環ーカルボニル基が挙げられる。以下、式( $\omega-2$  A)乃至( $\omega-2$  1 A)で表される基も同様である。

上記式( $\omega-10A$ )乃至( $\omega-16A$ )で表される基における「環状アミノ」 としては、上記「環状アミノ基」と同様の基が挙げられる。

本明細書において、ある官能基について「置換基を有していてもよい」という場合には、特に言及する場合を除き、その官能基が、化学的に可能な位置に1個又は2個以上の「置換基」を有する場合があることを意味する。官能基に存在する置換基の種類、置換基の個数、及び置換位置は特に限定されず、2個以上の置換

基が存在する場合には、それらは同一であっても異なっていてもよい。官能基に存在する「置換基」としては、例えば、ハロゲン原子、オキソ基、チオキソ基、ニトロ基、ニトロソ基、シアノ基、イソシアノ基、シアナト基、チオシアナト基、イソシアナト基、イソチオシアナト基、ヒドロキシ基、スルファニル基、カルボキシ基、スルファニルカルボニル基、オキサロ基、メソオキサロ基、チオカルボキシ基、ジチオカルボキシ基、カルバモイル基、スルフェノ基、スルフェノ基、スルファモイル基、スルフィノ基、スルフィナモイル基、スルフェノ基、スルフェナモイル基、ホスホノ基、ヒドロキシホスホニル基、炭化水素基、ヘテロ環基、炭化水素ーオキシ基、ヘテロ環ーオキシ基、炭化水素ースルファニル基、ベテロ環ースルファニル基、アシル基、アミノ基、ヒドラジノ基、ヒドラゾノ基、ジアゼニル基、ウレイド基、チオウレイド基、グアニジノ基、カルバモイミドイル基(アミジノ基)、アジド基、イミノ基、ヒドロキシアミノ基、ヒドロキシイミノ基、アミノオキシ基、ジアゾ基、セミカルバゾノ基、アロファニル基、アンノオキシ基、ジアゾ基、セミカルバジノ基、ホスホ基、ボリル基、シリル基、スタニル基、ホスファノ基、ホスホロソ基、ホスホ基、ボリル基、シリル基、スタニル基、セラニル基、オキシド基等を挙げることができる。

上記「置換基を有していてもよい」の定義における「置換基」が2個以上存在する場合、該2個以上の置換基は、それらが結合している原子と一緒になって環式基を形成してもよい。このような環式基には、環系を構成する原子(環原子)として、酸素原子、硫黄原子及び窒素原子等から選択されたヘテロ原子1ないし3種が1個以上含有されていてもよく、該環上には1個以上の置換基が存在していてもよい。該環は、単環式又は縮合多環式のいずれであってもよく、芳香族又は非芳香族のいずれであってもよい。

上記「置換基を有していてもよい」の定義における「置換基」は、該置換基上の 化学的に可能な位置で、上記「置換基」によって置換されていてもよい。置換基 の種類、置換基の個数、及び置換位置は特に限定されず、2個以上の置換基で置 換される場合には、それらは同一であっても異なっていてもよい。そのような例 として、例えば、ハロゲン化アルキルーカルボニル基(具体例:トリフルオロア

セチル等の基)、ハロゲン化アルキルースルホニル基(具体例:トリフルオロメタンスルホニル等の基)、アシルーオキシ基、アシルースルファニル基、Nー炭化水素基ーアミノ基、N, Nージ(炭化水素)-アミノ基、Nーヘテロ環ーアミノ基、Nー炭化水素-Nーヘテロ環ーアミノ基、アシルーアミノ基、ジ(アシル)-アミノ基等の基が挙げられる。また、上記「置換基」上での「置換」は複数次にわたって繰り返されてもよい。

「アシルーオキシ基」としては、「ヒドロキシ基」の水素原子が「アシル基」で置換された基が挙げられ、例えば、ホルミルオキシ基、グリオキシロイルオキシ基、チオホルミルオキシ基、カルバモイルオキシ基、チオカルバモイルオキシ基、スルファモイルオキシ基、スルフィナモイルオキシ基、カルボキシオキシ基、スルホオキシ基、ホスホノオキシ基、及び下記式:

(式中、R \* 2及びR \* 2は、同一又は異なって、炭化水素基、又はヘテロ環基を表すか、あるいはR \* 2及びR \* 2が一緒になって、それらが結合している窒素原子と 共に環状アミノ基を表す)で表される基が挙げられる。

上記「アシルーオキシ基」の定義において、

式  $(\omega - 1 B)$  で表される基の中で、 $R^{*2}$ が炭化水素基である基を「炭化水素 カルボニルーオキシ基」(具体例: アセトキシ、ベンゾイルオキシ等の基)、 $R^{*2}$  がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ーカルボニルーオキシ基」と称する。

式  $(\omega - 2B)$  で表される基の中で、 $R^{*2}$ が炭化水素基である基を「炭化水素ーオキシーカルボニルーオキシ基」、 $R^{*2}$ がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ーオキシーカルボニルーオキシ基」と称する。

式 (ω-3B) で表される基の中で、R\*2が炭化水素基である基を「炭化水素-カルボニルーカルボニルーオキシ基」、R\*2がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ーカルボニルーカルボニルーオキシ基」と称する。

式 (ω-5B) で表される基の中で、R<sup>2</sup>が炭化水素基である基を「炭化水素-スルファニルーカルボニルーオキシ基」、R<sup>2</sup>がヘテロ環基である基を「ヘテロ環-スルファニルーカルボニルーオキシ基」と称する。

式 (ω-6B) で表される基の中で、R<sup>2</sup>が炭化水素基である基を「炭化水素ーチオカルボニルーオキシ基」、R<sup>2</sup>がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ーチオカルボニルーオキシ基」と称する。

式 (ω-7B) で表される基の中で、R<sup>2</sup>が炭化水素基である基を「炭化水素-オキシーチオカルボニルーオキシ基」、R<sup>2</sup>がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ーオキシーチオカルボニルーオキシ基」と称する。

式 (ω-8B) で表される基の中で、R\*²が炭化水素基である基を「炭化水素-スルファニルーチオカルボニルーオキシ基」、R\*²がヘテロ環基である基を「ヘテロ環-スルファニルーチオカルボニルーオキシ基」と称する。

式  $(\omega - 9B)$  で表される基の中で、 $R^2$ が炭化水素基である基を「N – 炭化水素 – カルバモイルーオキシ基」、 $R^2$ がヘテロ環基である基を「N – ヘテロ環 – カルバモイルーオキシ基」と称する。

式( $\omega-1$ 1B)で表される基の中で、 $R^2$ が炭化水素基である基を「N-炭化水素-チオカルバモイルーオキシ基」、 $R^2$ がヘテロ環基である基を「N-ヘテロ環ーチオカルバモイルーオキシ基」と称する。

式  $(\omega-1\ 2\ B)$  で表される基の中で、 $R^{*2}$ 及び $R^{*2}$ が炭化水素基である基を「N, N-ジ(炭化水素) - チオカルバモイルーオキシ基」、 $R^{*2}$ 及び $R^{*2}$ がヘテロ環基である基を「N, N-ジ(ヘテロ環) - チオカルバモイルーオキシ基」、 $R^{*2}$ が炭化水素基であり  $R^{*2}$ がヘテロ環基である基を「N 一炭化水素 - N -

式( $\omega-1$ 3B)で表される基の中で、 $R^2$ が炭化水素基である基を「N-炭化水素-スルファモイルーオキシ基」、 $R^2$ がヘテロ環基である基を「N-ヘテロ環ースルファモイルーオキシ基」と称する。

式  $(\omega-14B)$ で表される基の中で、 $R^{*2}$ 及び $R^{*2}$ が炭化水素基である基を「N, N-ジ(炭化水素) -スルファモイルーオキシ基」、 $R^{*2}$ 及び $R^{*2}$ がヘテロ環基である基を「N, N-ジ(ヘテロ環) -スルファモイルーオキシ基」、 $R^{*2}$ が炭化水素基であり $R^{*2}$ がヘテロ環基である基を「N-炭化水素-N-ヘテロ環-スルファモイルーオキシ基」、 $R^{*2}$ 及び $R^{*2}$ が一緒になって、それらが結合している窒素原子と共に環状アミノ基である基を「環状アミノースルホニルーオキシ基」と称する。

式( $\omega-15B$ )で表される基の中で、 $R^{*2}$ が炭化水素基である基を「N-炭化水素-スルフィナモイルーオキシ基」、 $R^{*2}$ がヘテロ環基である基を「N-ヘテロ環ースルフィナモイルーオキシ基」と称する。

式( $\omega-16B$ )で表される基の中で、 $R^{a^2}$ 及び $R^{b^2}$ が炭化水素基である基を「N, N-ジ(炭化水素) -スルフィナモイルーオキシ基」、 $R^{a^2}$ 及び $R^{b^2}$ がヘテロ環基である基を「N, N-ジ(ヘテロ環) -スルフィナモイルーオキシ基」、 $R^{a^2}$ が炭化水素基であり  $R^{b^2}$ がヘテロ環基である基を「N-炭化水素-N-ヘテロ環ースルフィナモイルーオキシ基」、 $R^{a^2}$ 及び $R^{b^2}$ が一緒になって、それらが結合している窒素原子と共に環状アミノ基である基を「環状アミノースルフィニルーオキシ基」と称する。

式  $(\omega-17B)$  で表される基の中で、 $R^{*2}$ が炭化水素基である基を「炭化水素 - オキシースルホニルーオキシ基」、 $R^{*2}$ がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ー オキシースルホニルーオキシ基」と称する。

式  $(\omega-18B)$  で表される基の中で、 $R^{*2}$ が炭化水素基である基を「炭化水素 - オキシースルフィニルーオキシ基」、 $R^{*2}$ がヘテロ環基である基を「ヘテロ環 - オキシースルフィニルーオキシ基」と称する。

式  $(\omega-19B)$ で表される基の中で、 $R^2$ 及び $R^{b^2}$ が炭化水素基である基を「O,O'ージ(炭化水素) -ホスホノーオキシ基」、 $R^2$ 及び $R^{b^2}$ がヘテロ環基である基を「O,O'ージ(ヘテロ環) -ホスホノーオキシ基」、 $R^2$ が炭化水素基であり $R^{b^2}$ がヘテロ環基である基を「Oー炭化水素置換-O'ーヘテロ環置換ホスホノーオキシ基」と称する。

式  $(\omega-21B)$  で表される基の中で、 $R^{*2}$ が炭化水素基である基を「炭化水素 - スルフィニルーオキシ基」、 $R^{*2}$ がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ースルフィニルーオキシ基」と称する。

ي ۾ ان پواند انستاد جو انس

上記式( $\omega-1$  B)乃至( $\omega-2$  1 B)で表される基における「炭化水素」としては、上記「炭化水素基」と同様の基が挙げられる。例えば、式( $\omega-1$  B)で表される「炭化水素ーカルボニルーオキシ基」としては、アルキルーカルボニルーオキシ基、アルケニルーカルボニルーオキシ基、アルキニルーカルボニルーオキシ基、シクロアルケニルーカルボニルーオキシ基、シクロアルケニルーカルボニルーオキシ基、シクロアルカンジエニルーカルボニルーオキシ基、シクロアルカンジエニルーカルボニルーオキシ基、シクロアルキルーアルキルーカルボニルーオキシ基等の脂肪族炭化水素ーカルボニルーオキシ基;アリールーカルボニルーオキシ基;アラルキルーカルボニルーオキシ基;架橋環式炭化水素ーカルボニルーオキシ基;スピロ環式炭化水素ーカルボニルーオキシ基;テルペン系炭化水素ーカルボニルーオキシ基が挙げられる。以下、式( $\omega-2$  B)乃至( $\omega-2$  1 B)で表される基も同様である。

上記式( $\omega-1$  B)乃至( $\omega-2$  1 B)で表される基における「ヘテロ環」としては、上記「ヘテロ環基」と同様の基が挙げられる。例えば、式( $\omega-1$  B)で表される「ヘテロ環ーカルボニル基」としては、例えば、単環式ヘテロアリールーカルボニル基、縮合多環式ヘテロアリールーカルボニル基、単環式非芳香族ヘテロ環ーカルボニル基、縮合多環式非芳香族ヘテロ環ーカルボニル基が挙げられる。以下、式( $\omega-2$  B)乃至( $\omega-2$  1 B)で表される基も同様である。

上記式 ( $\omega-10B$ ) 乃至 ( $\omega-16B$ ) で表される基における「環状アミノ」 としては、上記「環状アミノ基」と同様の基が挙げられる。

上記「アシルーオキシ基」、「炭化水素-オキシ基」、及び「ヘテロ環-オキシ基」 を総称して、「置換オキシ基」と称する。また、これら「置換オキシ基」と「ヒドロキシ基」を総称して、「置換基を有していてもよいヒドロキシ基」と称する。

「アシルースルファニル基」としては、「スルファニル基」の水素原子が「アシル基」で置換された基が挙げられ、例えば、ホルミルスルファニル基、グリオキシロイルスルファニル基、チオホルミルスルファニル基、カルバモイルスルファニル基、スルファモイルスルファニル基、スルフィナモイルスルファニル基、カルボキシスルファニル基、スルホスルファニル

基、ホスホノスルファニル基、及び下記式:

(式中、R<sup>a3</sup>及びR<sup>b3</sup>は、同一又は異なって、置換基を有していてもよい炭化水素基、又は置換基を有していてもよいヘテロ環基を表すか、あるいはR<sup>a3</sup>及びR<sup>b3</sup>が一緒になって、それらが結合している窒素原子と共に、置換基を有していて

もよい環状アミノ基を表す)で表される基が挙げられる。

上記「アシルースルファニル基」の定義において、

式 (ω-1 C) で表される基の中で、R<sup>3</sup>が炭化水素基である基を「炭化水素-カルボニルースルファニル基」、R<sup>3</sup>がヘテロ環基である基を「ヘテロ環-カルボニル-スルファニル基」と称する。

式  $(\omega - 3C)$  で表される基の中で、 $R^{*3}$ が炭化水素基である基を「炭化水素 カルボニルーカルボニルースルファニル基」、 $R^{*3}$ がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ーカルボニルーカルボニルースルファニル基」と称する。

式( $\omega-4$  C)で表される基の中で、 $R^{*3}$ が炭化水素基である基を「炭化水素ーオキシーカルボニルーカルボニルースルファニル基」、 $R^{*3}$ がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ーオキシーカルボニルーカルボニルースルファニル基」と称する。

式 ( $\omega$  – 5 C) で表される基の中で、R  $^{a}$  が炭化水素基である基を「炭化水素 – スルファニルーカルボニルースルファニル基」、R  $^{a}$  がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ースルファニルーカルボニルースルファニル基」と称する。

式( $\omega$  - 7 C)で表される基の中で、 $R^{*3}$ が炭化水素基である基を「炭化水素 - オキシーチオカルボニルースルファニル基」、 $R^{*3}$ がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ーオキシーチオカルボニルースルファニル基」と称する。

式( $\omega-8$  C)で表される基の中で、 $R^{*3}$ が炭化水素基である基を「炭化水素 - スルファニルーチオカルボニルースルファニル基」、 $R^{*3}$ がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ースルファニルーチオカルボニルースルファニル基」と称する。

式( $\omega-9$  C)で表される基の中で、 $R^{*3}$ が炭化水素基である基を「N-炭化水

素ーカルバモイルースルファニル基」、R<sup>a3</sup>がヘテロ環基である基を「N-ヘテロ環ーカルバモイルースルファニル基」と称する。

式 $(\omega-10C)$ で表される基の中で、 $R^{a3}$ 及び $R^{b3}$ が炭化水素基である基を「N, N-ジ(炭化水素) -カルバモイルースルファニル基」、 $R^{a3}$ 及び $R^{b3}$ がヘテロ環基である基を「N, N-ジ(ヘテロ環) -カルバモイルースルファニル基」、 $R^{a3}$ が炭化水素基であり $R^{b3}$ がヘテロ環基である基を「N-炭化水素-N-ヘテロ環ーカルバモイルースルファニル基」、 $R^{a3}$ 及び $R^{b3}$ が一緒になって、それらが結合している窒素原子と共に環状アミノ基である基を「環状アミノーカルボニルースルファモイル基」と称する。

式( $\omega-1$ 1 C)で表される基の中で、 $R^{*3}$ が炭化水素基である基を「N-炭化水素ーチオカルバモイルースルファニル基」、 $R^{*3}$ がヘテロ環基である基を「N-ヘテロ環ーチオカルバモイルースルファニル基」と称する。

式 $(\omega-1\ 2\ C)$ で表される基の中で、 $R^{a3}$ 及び $R^{b3}$ が炭化水素基である基を「N, N-ジ(炭化水素)-チオカルバモイルースルファニル基」、 $R^{a3}$ 及び $R^{b3}$ がヘテロ環基である基を「N, N-ジ(ヘテロ環)-チオカルバモイルースルファニル基」、 $R^{a3}$ が炭化水素基であり  $R^{b3}$ がヘテロ環基である基を「N-炭化水素-N-ヘテロ環ーチオカルバモイルースルファニル基」、 $R^{a3}$ 及び $R^{b3}$ が一緒になって、それらが結合している窒素原子と共に環状アミノ基である基を「環状アミノーチオカルボニルースルファニル基」と称する。

式( $\omega-1$ 3C)で表される基の中で、 $R^{*3}$ が炭化水素基である基を「N-炭化水素-スルファモイルースルファニル基」、 $R^{*3}$ がヘテロ環基である基を「N-ヘテロ環-スルファモイルースルファニル基」と称する。

式 $(\omega-1\ 4\ C)$ で表される基の中で、 $R^{a3}$ 及び $R^{b3}$ が炭化水素基である基を「N, N-ジ(炭化水素)-スルファモイルースルファニル基」、 $R^{a3}$ 及び $R^{b3}$ がヘテロ環基である基を「N, N-ジ(ヘテロ環)-スルファモイルースルフィニル基」、 $R^{a3}$ が炭化水素基であり  $R^{b3}$ がヘテロ環基である基を「N-炭化水素-N-ヘテロ環スルファモイルースルファニル基」、 $R^{a3}$ 及び $R^{b3}$ が一緒になって、それら

が結合している窒素原子と共に環状アミノ基である基を「環状アミノースルホニルースルファニル基」と称する。

式( $\omega-1$ 5 C)で表される基の中で、 $R^{*3}$ が炭化水素基である基を「N-炭化水素 -スルフィナモイル-スルファニル基」、 $R^{*3}$ がヘテロ環基である基を「N-ヘテロ環-スルフィナモイル-スルファニル基」と称する。

式(ω-16C)で表される基の中で、R<sup>a3</sup>及びR<sup>b3</sup>が炭化水素基である基を「N,N-ジ(炭化水素)-スルフィナモイル-スルファニル基」、R<sup>a3</sup>及びR<sup>b3</sup>がヘテロ環基である基を「N,N-ジ(ヘテロ環)-スルフィナモイル-スルファニル基」、R<sup>a3</sup>が炭化水素基でありR<sup>b3</sup>がヘテロ環基である基を「N-炭化水素-N-ヘテロ環-スルフィナモイル-スルファニル基」、R<sup>a3</sup>及びR<sup>b3</sup>が一緒になって、それらが結合している窒素原子と共に環状アミノ基である基を「環状アミノスルファニルースルファニル基」と称する。

式 ( $\omega-1$  7 C) で表される基の中で、 $R^{*3}$ が炭化水素基である基を「炭化水素 - オキシースルホニルースルファニル基」、 $R^{*3}$ がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ーオキシースルホニルースルファニル基」と称する。

式 (ω-18C)で表される基の中で、R<sup>\*3</sup>が炭化水素基である基を「炭化水素 -オキシースルフィニルースルファニル基」、R<sup>\*3</sup>がヘテロ環基である基を「ヘ テロ環-オキシースルフィニルースルファニル基」と称する。

式( $\omega-1$ 9 C)で表される基の中で、R  $^{a}$  及びR  $^{b}$  3 が炭化水素基である基を「O, O' - ジ(炭化水素) - ホスホノースルファニル基」、R  $^{a}$  3 及びR  $^{b}$  3 がヘテロ環基である基を「O, O' - ジ(ヘテロ環) - ホスホノースルファニル基」、R  $^{a}$  3 が炭化水素基であり R  $^{b}$  3 がヘテロ環基である基を「O - 炭化水素- O' - ヘテロ環ーホスホノースルファニル基」と称する。

式 (ω-20C)で表される基の中で、R<sup>\*3</sup>が炭化水素基である基を「炭化水素 -スルホニル-スルファニル基」、R<sup>\*3</sup>がヘテロ環基である基を「ヘテロ環-ス ルホニル-スルファニル基」と称する。

式(ω-21C)で表される基の中で、R \*3が炭化水素基である基を「炭化水素

- スルフィニル- スルファニル基」、R \* 3 がヘテロ環基である基を「ヘテロ環-スルフィニル- スルファニル基」と称する。

上記式( $\omega-1$  C)乃至( $\omega-2$  1 C)で表される基における「炭化水素」としては、上記「炭化水素基」と同様の基が挙げられる。例えば、式( $\omega-1$  C)で表される「炭化水素ーカルボニルースルファニル基」としては、アルキルーカルボニルースルファニル基、アルケニルーカルボニルースルファニル基、アルキニルーカルボニルースルファニル基、シクロアルキルーカルボニルースルファニル基、シクロアルカンジエニルーカルボニルースルファニル基、シクロアルケニルーカルボニルースルファニル基、シクロアルカンジエニルーカルボニルースルファニル基、シクロアルキルーカルボニルースルファニル基;アリールーカルボニルースルファニル基;アリールーカルボニルースルファニル基;アリールーカルボニルースルファニル基;アラルキルーカルボニルースルファニル基;架橋環式炭化水素ーカルボニルースルファニル基;スピロ環式炭化水素ーカルボニルースルファニル基;アフトスルファニル基;スピロ環式炭化水素ーカルボニルースルファニルスルファニル基;スピロ環式炭化水素ーカルボニルースルファニルスルファニル基が挙げられる。以下、式( $\omega-2$  C)乃至( $\omega-2$  1 C)で表される基も同様である。

上記式( $\omega-1$  C)乃至( $\omega-2$  1 C)で表される基における「ヘテロ環」としては、上記「ヘテロ環基」と同様の基が挙げられる。例えば、式( $\omega-1$  C)で表される「ヘテロ環ーカルボニルースルファニル基」としては、例えば、単環式ヘテロアリールーカルボニルースルファニル基、縮合多環式ヘテロアリールーカルボニルースルファニル基、単環式非芳香族ヘテロ環ーカルボニルースルファニル基が挙げられる。以下、式( $\omega-2$  C)乃至( $\omega-2$  1 C)で表される基も同様である。

上記式 ( $\omega-10C$ ) 乃至 ( $\omega-16C$ ) で表される基における「環状アミノ」 としては、上記「環状アミノ基」と同様の基が挙げられる。

上記「アシルースルファニル基」、「炭化水素ースルファニル基」、及び「ヘテロ環ースルファニル基」を総称して、「置換スルファニル基」と称する。また、これら「置換スルファニル基」と「スルファニル基」を総称して、「置換基を有していてもよいスルファニル基」と称する。

....

....

والمراز والمراجعونية المحتججة

「Nー炭化水素ーアミノ基」としては、「アミノ基」の1つの水素原子が、「炭化水素基」で置換された基が挙げられ、例えば、Nーアルキルーアミノ基、Nーアルキーアミノ基、Nーシクロアルキルーアミノ基、Nーシクロアルキルーアミノ基、Nーシクロアルキルーアミノ基、Nーアリールーアミノ基、Nーアラルキルーアミノ基等が挙げられる。

「N-rルキルーアミノ基」としては、例えば、メチルアミノ、エチルアミノ、n-rロピルアミノ、イソプロピルアミノ、n-rブチルアミノ、イソプチルアミノ、n-rブチルアミノ、n-rブチルアミノ、n-rブチルアミノ、n-rブチルアミノ、n-rブチルアミノ、n-rブチルアミノ、n-rブチルアミノ、n-rブチルアミノ、n-rブチルアミノ、n-rブチルアミノ、n-rブチルアミノ、n-rブチルプロピル)アミノ、n-rブーピル)アミノ、n-r n-r n-r

「Nーアルケニルーアミノ基」としては、例えば、ビニルアミノ、(プロパー1ーエンー1ーイル) アミノ、アリルアミノ、イソプロペニルアミノ、(ブター1ーエンー1ーイル) アミノ、(ブター2ーエンー1ーイル) アミノ、(ブター3ーエンー1ーイル) アミノ、(2ーメチルプロパー2ーエンー1ーイル) アミノ、(1ーメチルプロパー2ーエンー1ーイル) アミノ、(ペンター1ーエンー1ーイル) アミノ、(ペンター2ーエンー1ーイル) アミノ、(ペンター3ーエンー1ーイル) アミノ、(ペンター4ーエンー1ーイル) アミノ、(ペンター3ーエンー1ーイル) アミノ、(ペンター4ーエンー1ーイル) アミノ、(ペンター4ーエンー1ーイル) アミノ、(3ーメチルブター2ーエンー

1ーイル) アミノ、(3ーメチルブター3ーエンー1ーイル) アミノ、(ヘキサー 1-エン-1-イル) アミノ、(ヘキサ-2-エン-1-イル) アミノ、(ヘキサ -3-エン-1-イル)アミノ、(ヘキサ-4-エン-1-イル)アミノ、(ヘキ サー5-エン-1-イル) アミノ、(4-メチルペンター3-エン-1-イル) ア ミノ、(4-メチルペンタ-3-エン-1-イル) アミノ、(ヘプタ-1-エン-1ーイル) アミノ、(ヘプター6ーエンー1ーイル) アミノ、(オクター1ーエン -1-イル)アミノ、(オクター7-エン-1-イル)アミノ、(ノナ-1-エン -1-イル)アミノ、(ノナー8-エン-1-イル)アミノ、(デカ-1-エン-1-イル) アミノ、(デカー9-エン-1-イル) アミノ、(ウンデカー1-エン -1-イル)アミノ、(ウンデカ-10-エン-1-イル)アミノ、(ドデカ-1 ーエンー1ーイル)アミノ、(ドデカー11ーエンー1ーイル)アミノ、(トリデ カー1ーエンー1ーイル) アミノ、(トリデカー12ーエンー1ーイル) アミノ、 (テトラデカー1ーエンー1ーイル) アミノ、(テトラデカー13ーエンー1 -- イ ル)アミノ、(ペンタデカー1ーエンー1ーイル)アミノ、(ペンタデカー14-エンー1ーイル)アミノ等の $C_2 \sim C_{15}$ の直鎖状又は分枝鎖状のN-アルケニル ーアミノ基が挙げられる。

(ドデカー11-インー1-イル) アミノ、(トリデカー1-インー1-イル) アミノ、(トリデカー12-インー1-イル) アミノ、(テトラデカー12-インー1-イル) アミノ、(テトラデカー13-インー1-イル) アミノ、(ペンタデカー1-インー1-イル) アミノ、(ペンタデカー14-インー1-イル) アミノ等の12-インー1-イル) アミノ、(ペンタデカー14-インー1-イル) アミノ等の12-ベンの直鎖状又は分枝鎖状の12-アルキニルーアミノ基が挙げられる。

「N-シクロアルキルーアミノ基」としては、例えば、シクロプロピルアミノ、シクロブチルアミノ、シクロペンチルアミノ、シクロヘキシルアミノ、シクロヘプチルアミノ、シクロオクチルアミノ等の $C_3\sim C_8$ のN-シクロアルキルーアミノ基が挙げられる。

「N-アリールーアミノ基」としては、例えば、フェニルアミノ、1-ナフチルアミノ、2-ナフチルアミノ、アントリルアミノ、フェナントリルアミノ、アセナフチレニルアミノ等の $C_6\sim C_{14}$ のN-モノーアリールアミノ基が挙げられる。「N-アラルキルーアミノ基」としては、例えば、ベンジルアミノ、(1-ナフチルメチル)アミノ、(2-ナフチルメチル)アミノ、(アントラセニルメチル)アミノ、(フェナントレニルメチル)アミノ、(アセナフチレニルメチル)アミノ、(ジフェニルメチル)アミノ、(1-フェネチル)アミノ、(2-フェネチル)ア

ミノ、(1-(1-t)7+v) エチル)アミノ、(1-(2-t)7+v) エチル)アミノ、(2-(1-t)7+v) エチル)アミノ、(2-(2-t)7+v) エチル)アミノ、(3-(1-t)7+v) プロピル)アミノ、(3-(1-t)7+v) プロピル)アミノ、(3-(2-t)7+v) プロピル)アミノ、(4-(2-t)7+v) アミノ、(4-(1-t)7+v) ブチル)アミノ、(4-(2-t)7+v) ブチル)アミノ、(5-7+v) アミノ、(5-(1-t)7+v) ペンチル)アミノ、(5-(2-t)7+v) ペンチル)アミノ、(6-(2-t)7+v) ペンチル)アミノ、(6-(2-t)7+v) ペキシル)アミノ、(6-(2-t)7+v) ペキシル)アミノ等の(7-v) の(7-v) の(7-v) の(7-v) アラルキルーアミノ基が挙げられる。

「N, N-ジ (炭化水素) -アミノ基」としては、「アミノ基」の2つの水素原子が、「炭化水素基」で置換された基が挙げられ、例えば、N, N-ジメチルアミノ、N, N-ジエチルアミノ、N-エチルーN-メチルアミノ、N, N-ジーn-プロピルアミノ、N, N-ジイソプロピルアミノ、N-アリルーN-メチルアミノ、N-ジャルアミノ、N-ジャルアミノ、N-ジャルアミノ、N-ジャルアミノ、N-ジャルアミノ、N-ジャルアミノ、N-ジャルアミノ、N-ジャルアミノ、N-ジャルアミノ、N-ジャルアミノ、N-ジャルアミノ、N-メチルアミノ、N-メチルアミノ、N-メチルアミノ、N-ジャルアミノ、N-ジャルアミノ、S-メチルアミノ、第の基が挙げられる。

「Nーヘテロ環ーアミノ基」としては、「アミノ基」の1つ水素原子が、「ヘテロ環基」で置換された基が挙げられ、例えば、(3ーピロリジニル) アミノ、(4ーピペリジニル) アミノ、(2ーテトラヒドロピラニル) アミノ、(3ーインドリニル) アミノ、(4ークロマニル) アミノ、(3ーチエニル) アミノ、(3ーピリジル) アミノ、(3ーキノリル) アミノ、(5ーインドリル) アミノ等の基が挙げられる。「Nー炭化水素ーNーヘテロ環ーアミノ基」としては、「アミノ基」の2つの水素原子が、「炭化水素基」及び「ヘテロ環基」で1つずつ置換された基が挙げられ、例えば、NーメチルーNー(4ーピペリジニル) アミノ、Nー(4ークロマニル) ーNーメチルアミノ、NーメチルーNー(3ーチエニル) アミノ、Nーメチルー

N-(3-ピリジル) アミノ、N-メチル-N-(3-キノリル) アミノ等の基が挙げられる。

「アシルーアミノ基」としては、「アミノ基」の1つの水素原子が、「アシル基」で置換された基が挙げられ、例えば、ホルミルアミノ基、グリオキシロイルアミノ基、チオホルミルアミノ基、カルバモイルアミノ基、チオカルバモイルアミノ基、スルファモイルアミノ基、スルフィナモイルアミノ基、カルボキシアミノ基、スルホアミノ基、ホスホノアミノ基、及び下記式:

(式中、R \* 4及びR \* 4は、同一又は異なって、置換基を有していてもよい炭化水素基、又は置換基を有していてもよいヘテロ環基を表すか、あるいはR \* 4及びR \* 4が一緒になって、それらが結合している窒素原子と共に、置換基を有していてもよい環状アミノ基を表す)で表される基が挙げられる。

上記「アシルーアミノ基」の定義において、

式 (ω-1D) で表される基の中で、R \* \*が炭化水素基である基を「炭化水素-カルボニルーアミノ基」、R \* \*がヘテロ環基である基を「ヘテロ環-カルボニルーアミノ基」と称する。

式( $\omega$ -2D)で表される基の中で、 $R^4$ が炭化水素基である基を「炭化水素ーオキシーカルボニルーアミノ基」、 $R^4$ がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ーオキシーカルボニルーアミノ基」と称する。

式(ω-3D)で表される基の中で、R<sup>34</sup>が炭化水素基である基を「炭化水素-カルボニルーカルボニルーアミノ基」、R<sup>34</sup>がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ーカルボニルーカルボニルーアミノ基」と称する。

式 (ω-4D) で表される基の中で、R \* \*が炭化水素基である基を「炭化水素-オキシーカルボニルーカルボニルーアミノ基」、R \* \*がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ーオキシーカルボニルーカルボニルーアミノ基」と称する。

式 (ω-5D) で表される基の中で、R \* 4 が炭化水素基である基を「炭化水素-スルファニルーカルボニルーアミノ基」、R \* 4 がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ースルファニルーカルボニルーアミノ基」と称する。

式( $\omega$  -6 D)で表される基の中で、 $R^4$ が炭化水素基である基を「炭化水素 - チオカルボニルーアミノ基」、 $R^4$ がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ーチオカルボニルーアミノ基」と称する。

式 (ω-7D) で表される基の中で、R \* 4 が炭化水素基である基を「炭化水素-オキシーチオカルボニルーアミノ基」、R \* 4 がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ーオキシーチオカルボニルーアミノ基」と称する。

式 (ω-8D) で表される基の中で、R \* 4 が炭化水素基である基を「炭化水素-スルファニルーチオカルボニルーアミノ基」、R \* 4 がヘテロ環基である基を「ヘテロ環-スルファニルーチオカルボニルーアミノ基」と称する。

式 (ω-9D) で表される基の中で、R \* \* が炭化水素基である基を「N-炭化水素-カルバモイル基」、R \* \* がヘテロ環基である基を「N-ヘテロ環-カルバモ

イルーアミノ基」と称する。

式( $\omega-10D$ )で表される基の中で、 $R^a^4$ 及び $R^b^4$ が炭化水素基である基を「N, N-ジ(炭化水素) -カルバモイルーアミノ基」、 $R^a^4$ 及び $R^b^4$ がヘテロ環基である基を「N, N-ジ(ヘテロ環) -カルバモイルーアミノ基」、 $R^a^4$ が炭化水素基であり $R^b^4$ がヘテロ環基である基を「N-炭化水素-N-ヘテロ環ーカルバモイルーアミノ基」、 $R^a^4$ 及び $R^b^4$ が一緒になって、それらが結合している窒素原子と共に環状アミノ基である基を「環状アミノーカルボニルーアミノ基」と称する。

式( $\omega-1$ 1D)で表される基の中で、 $R^4$ が炭化水素基である基を「N-炭化水素-チオカルバモイルーアミノ基」、 $R^4$ がヘテロ環基である基を「N-ヘテロ環ーチオカルバモイルーアミノ基」と称する。

式( $\omega-1$ 2D)で表される基の中で、R \* 4及びR \* 4が炭化水素基である基を「N, N - ジ(炭化水素) - チオカルバモイルーアミノ基」、R \* 4及びR \* 4がヘテロ環基である基を「N, N - ジ(ヘテロ環) - チオカルバモイルーアミノ基」、R \* 4が炭化水素基であり R \* 4がヘテロ環基である基を「N - 炭化水素- N - ヘテロ環ーチオカルバモイルーアミノ基」、R \* 4及び R \* 4が一緒になって、それらが結合している窒素原子と共に環状アミノ基である基を「環状アミノーチオカルボニルーアミノ基」と称する。

式( $\omega-13D$ )で表される基の中で、 $R^4$ が炭化水素基である基を「N-炭化水素 -スルファモイルーアミノ基」、 $R^4$ がヘテロ環基である基を「N-ヘテロ環ースルファモイルーアミノ基」と称する。

式( $\omega-14D$ )で表される基の中で、 $R^4$ 4及び $R^{64}$ が炭化水素基である基を「ジ (炭化水素) スルファモイルーアミノ基」、 $R^4$ 4及び $R^{64}$ がヘテロ環基である基を「N, Nージ (ヘテロ環) スルファモイルーアミノ基」、 $R^4$ 4が炭化水素基で あり $R^{64}$ がヘテロ環基である基を「Nー炭化水素-Nーヘテロ環-スルファモイルーアミノ基」、 $R^4$ 4及び $R^{64}$ が一緒になって、それらが結合している窒素原子 と共に環状アミノ基である基を「環状アミノースルホニルーアミノ基」と称する。

式( $\omega-15D$ )で表される基の中で、 $R^4$ が炭化水素基である基を「N-炭化水素-スルフィナモイル-アミノ基」、 $R^4$ がヘテロ環基である基を「N-ヘテロ環-スルフィナモイル-アミノ基」と称する。; 式( $\omega-16D$ )で表される基の中で、 $R^4$ 及び $R^6$ が炭化水素基である基を「N, N-ジ(炭化水素)-スルフィナモイル-アミノ基」、 $R^4$ 及び $R^6$ がベテロ環基である基を「N, N-ジ(ヘテロ環)-スルフィナモイル-アミノ基」、 $R^4$ 及び $R^6$ が炭化水素基であり  $R^6$ が、ヘテロ環基である基を「N-炭化水素-N-ヘテロ環-スルフィナモイル-アミノ基」、 $R^4$ なび $R^6$ が一緒になって、それらが結合している窒素原子と共に環状アミノ基である基を「環状アミノースルフィニル-アミノ基」と称する。

式( $\omega-17D$ )で表される基の中で、 $R^4$ が炭化水素基である基を「炭化水素 - オキシースルホニルーアミノ基」、 $R^4$ がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ー オキシースルホニルーアミノ基」と称する。

式( $\omega-18D$ )で表される基の中で、 $R^4$ が炭化水素基である基を「炭化水素  $-オキシースルフィニルーアミノ基」、<math>R^4$ がヘテロ環基である基を「ヘテロ環 -オキシースルフィニルーアミノ基」と称する。

式( $\omega$ -19D)で表される基の中で、 $R^{a4}$ 及び $R^{b4}$ が炭化水素基である基を「O, O'-ジ(炭化水素) -ホスホノーアミノ基」、 $R^{a4}$ 及び $R^{b4}$ がヘテロ環基である基を「O, O'-ジ(ヘテロ環) -ホスホノーアミノ基」、 $R^{a4}$ が炭化水素基であり $R^{b4}$ がヘテロ環基である基を「Oー炭化水素-O'-ヘテロ環ーホスホノーアミノ基」と称する。

式(ω-20D)で表される基の中で、R \* 4 が炭化水素基である基を「炭化水素 -スルホニルーアミノ基」、R \* 4 がヘテロ環基である基を「ヘテロ環-スルホニ ルーアミノ基」と称する。

式 (ω-21D) で表される基の中で、R \* 4 が炭化水素基である基を「炭化水素 -スルフィニルーアミノ基」、R \* 4 がヘテロ環基である基を「ヘテロ環ースルフィニルーアミノ基」と称する。

上記式( $\omega-1$  D)乃至( $\omega-2$  1 D)で表される基における「炭化水素」とし

ては、上記「炭化水素基」と同様の基が挙げられる。例えば、式( $\omega-1$  D)で表される「炭化水素-カルボニル-アミノ基」としては、アルキル-カルボニル-アミノ基、アルケニル-カルボニル-アミノ基、アルキニル-カルボニル-アミノ基、シクロアルケニル-カルボニル-アミノ基、シクロアルケニル-カルボニル-アミノ基、シクロアルカンジエニル-カルボニル-アミノ基、シクロアルカンジエニル-カルボニル-アミノ基、シクロアルキル-カルボニル-アミノ基等の脂肪族炭化水素-カルボニル-アミノ基;アリール-カルボニル-アミノ基;アラルキル-カルボニル-アミノ基;架橋環式炭化水素-カルボニル-アミノ基;スピロ環式炭化水素-カルボニル-アミノ基;テルペン系炭化水素-カルボニル-アミノ基が挙げられる。以下、式( $\omega$  - 2 D)乃至( $\omega-$  2 1 D)で表される基も同様である。

上記式( $\omega-1$  D)乃至( $\omega-2$  1 D)で表される基における「 $\sim$ テロ環」としては、上記「 $\sim$ テロ環基」と同様の基が挙げられる。例えば、式( $\omega-1$  D)で表される「 $\sim$ テロ環ーカルボニルーアミノ基」としては、例えば、単環式 $\sim$ テロアリールーカルボニルーアミノ基、縮合多環式 $\sim$ テロアリールーカルボニルーアミノ基、縮合多環式 $\sim$ テロ環ーカルボニルーアミノ基、縮合多環式非芳香族 $\sim$ テロ環ーカルボニルーアミノ基が挙げられる。以下、式( $\omega-2$  D)乃至( $\omega-2$  1 D)で表される基も同様である。

上記式  $(\omega-10D)$  乃至  $(\omega-16D)$  で表される基における「環状アミノ」としては、上記「環状アミノ基」と同様の基が挙げられる。

「ジ (アシル) -アミノ基」としては、「アミノ基」の2つの水素原子が、上記「置換基を有していてもよい」の「置換基」の定義における「アシル基」で置換された基が挙げられ、例えば、ジ (ホルミル) -アミノ基、ジ (グリオキシロイル) -アミノ基、ジ (チオホルミル) -アミノ基、ジ (カルバモイル) -アミノ基、ジ (チオカルバモイル) -アミノ基、ジ (スルファモイル) -アミノ基、ジ (スルフィナモイル) -アミノ基、ジ (カルボキシ) -アミノ基、ジ (スルホ) -アミノ基、ジ (ホスホノ) -アミノ基、及び下記式:

$$\begin{array}{c} -N \begin{pmatrix} C - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, E) \,, & -N \begin{pmatrix} C - O - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 2 \, E) \,, \\ -N \begin{pmatrix} C - C - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 3 \, E) \,, & -N \begin{pmatrix} C - C - C - O - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 4 \, E) \,, \\ -N \begin{pmatrix} C - S - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 5 \, E) \,, & -N \begin{pmatrix} C - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 6 \, E) \,, \\ -N \begin{pmatrix} C - O - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 7 \, E) \,, & -N \begin{pmatrix} C - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 8 \, E) \,, \\ -N \begin{pmatrix} C - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 9 \, E) \,, & -N \begin{pmatrix} C - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 0 \, E) \,, \\ -N \begin{pmatrix} C - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 1 \, E) \,, & -N \begin{pmatrix} C - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 2 \, E) \,, \\ -N \begin{pmatrix} C - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 3 \, E) \,, & -N \begin{pmatrix} C - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 4 \, E) \,, \\ -N \begin{pmatrix} C - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 3 \, E) \,, & -N \begin{pmatrix} C - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 4 \, E) \,, \\ -N \begin{pmatrix} C - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 5 \, E) \,, & -N \begin{pmatrix} C - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 4 \, E) \,, \\ -N \begin{pmatrix} C - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 5 \, E) \,, & -N \begin{pmatrix} C - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 6 \, E) \,, \\ -N \begin{pmatrix} C - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 9 \, E) \,, & -N \begin{pmatrix} C - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 6 \, E) \,, \\ -N \begin{pmatrix} C - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 9 \, E) \,, & -N \begin{pmatrix} C - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 8 \, E) \,, \\ -N \begin{pmatrix} C - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 9 \, E) \,, & -N \begin{pmatrix} C - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 9 \, E) \,, \\ -N \begin{pmatrix} C - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 9 \, E) \,, & -N \begin{pmatrix} C - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 9 \, E) \,, \\ -N \begin{pmatrix} C - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 9 \, E) \,, & -N \begin{pmatrix} C - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 9 \, E) \,, \\ -N \begin{pmatrix} C - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 9 \, E) \,, & -N \begin{pmatrix} C - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 9 \, E) \,, \\ -N \begin{pmatrix} C - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 9 \, E) \,, & -N \begin{pmatrix} C - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 9 \, E) \,, \\ -N \begin{pmatrix} C - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 9 \, E) \,, & -N \begin{pmatrix} C - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 9 \, E) \,, \\ -N \begin{pmatrix} C - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 9 \, E) \,, & -N \begin{pmatrix} C - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 9 \, E) \,, \\ -N \begin{pmatrix} C - N - R^{a5} \\ 0 \end{pmatrix}_{2} & (\omega - 1 \, 9 \, E) \,, & -N \begin{pmatrix} C$$

(式中、R<sup>a5</sup>及びR<sup>b5</sup>は、同一又は異なって、水素原子、置換基を有していてもよい炭化水素基、又は置換基を有していてもよいヘテロ環基を表すか、あるいはR<sup>a5</sup>及びR<sup>b5</sup>が一緒になって、それらが結合している窒素原子と共に、置換基を有していてもよい環状アミノ基を表す)で表される基があげられる

上記「ジ (アシル) -アミノ基」の定義において、

式  $(\omega-1E)$  で表される基で、 $R^{*5}$ が炭化水素基である基を「ビス(炭化水素

ーカルボニル) -アミノ基」、R \* 5 がヘテロ環基である基を「ビス (ヘテロ環ーカルボニル) -アミノ基」と称する。

式  $(\omega - 2E)$  で表される基で、 $R^{a5}$ が炭化水素基である基を「ビス(炭化水素 - オキシーカルボニル) - アミノ基」、 $R^{a5}$ がヘテロ環基である基を「ビス(ヘ テロ環ーオキシーカルボニル) - アミノ基」と称する。

式 (ω-3E) で表される基で、R \* 5 が炭化水素基である基を「ビス (炭化水素 - カルボニルーカルボニル) - アミノ基」、R \* 5 がヘテロ環基である基を「ビス (ヘテロ環-カルボニルーカルボニル) - アミノ基」と称する。

式 (ω-4E) で表される基で、R<sup>a5</sup>が炭化水素基である基を「ビス (炭化水素 -オキシーカルボニルーカルボニル) -アミノ基」、R<sup>a5</sup>がヘテロ環基である基 を「ビス (ヘテロ環-オキシーカルボニルーカルボニル) -アミノ基」と称する。

式  $(\omega - 5E)$  で表される基で、 $R^{45}$ が炭化水素基である基を「ビス(炭化水素 - スルファニルーカルボニル) - アミノ基」、 $R^{45}$ がヘテロ環基である基を「ビス(ヘテロ環- スルファニルーカルボニル)- アミノ基」と称する。

式  $(\omega - 6E)$  で表される基で、 $R^{45}$ が炭化水素基である基を「ビス(炭化水素 - チオカルボニル) - アミノ基」、 $R^{45}$  がヘテロ環基である基を「ビス(ヘテロ環ーチオカルボニル) - アミノ基」と称する。

式 (ω-7E) で表される基で、R<sup>\*5</sup>が炭化水素基である基を「ビス (炭化水素 -オキシーチオカルボニル) -アミノ基」、R<sup>\*5</sup>がヘテロ環基である基を「ビス (ヘテロ環-オキシーチオカルボニル) -アミノ基」と称する。

式  $(\omega - 8E)$  で表される基で、 $R^{a5}$ が炭化水素基である基を「ビス (炭化水素 - スルファニルーチオカルボニル) - アミノ基」、 $R^{a5}$ がヘテロ環基である基を「ビス (ヘテロ環- スルファニルーチオカルボニル) - アミノ基」と称する。

式( $\omega$  - 9 E)で表される基で、 $R^{a5}$ が炭化水素基である基を「ビス(N - 炭化水素 - カルバモイル)アミノ基」、 $R^{a5}$ がヘテロ環基である基を「ビス(N -  $\sim$  テロ環 - カルバモイル) - アミノ基」と称する。

式  $(\omega-10E)$  で表される基で、 $R^{*5}$ 及び $R^{5}$ が炭化水素基である基を「ビス

[N, N-ジ(炭化水素) -カルバモイル] -アミノ基」、R<sup>a5</sup>及びR<sup>b5</sup>がヘテロ環基である基を「ビス[N, N-ジ(ヘテロ環) -カルバモイル] -アミノ基」、R<sup>a5</sup>が炭化水素基でありR<sup>b5</sup>がヘテロ環基である基を「ビス(N-炭化水素-N-ヘテロ環ーカルバモイル) -アミノ基」、R<sup>a5</sup>及びR<sup>b5</sup>が一緒になって、それらが結合している窒素原子と共に環状アミノ基である基を「ビス(環状アミノーカルボニル) -アミノ基」と称する。

式( $\omega-1$ 1E)で表される基で、 $R^{*5}$ が炭化水素基である基を「ビス(N-炭化水素-チオカルバモイル)-アミノ基」、 $R^{*5}$ がヘテロ環基である基を「ビス(N-ヘテロ環-チオカルバモイル)-アミノ基」と称する。

式( $\omega-12E$ )で表される基で、 $R^{a5}$ 及び $R^{b5}$ が炭化水素基である基を「ビス  $[N, N-\Im]$ (炭化水素)-チオカルバモイル] -アミノ基」、 $R^{a5}$ 及び $R^{b5}$ が ヘテロ環基である基を「ビス  $[N, N-\Im]$ (ヘテロ環)-チオカルバモイル] -アミノ基」、 $R^{a5}$ が炭化水素基であり  $R^{b5}$ がヘテロ環基である基を「ビス (N-炭化水素-N-ヘテロ環-チオカルバモイル)-アミノ基」、 $R^{a5}$ 及び $R^{b5}$ が一緒になって、それらが結合している窒素原子と共に環状アミノ基である基を「ビス (環状アミノーチオカルボニル) -アミノ基」と称する。

式( $\omega-13E$ )で表される基で、 $R^{a5}$ が炭化水素基である基を「ビス(N-炭化水素-スルファモイル)-アミノ基」、 $R^{a5}$ がヘテロ環基である基を「ビス(N-0トーヘテロ環-スルファモイル)-アミノ基」と称する。

式( $\omega-14E$ )で表される基で、 $R^{*5}$ 及び $R^{*5}$ が炭化水素基である基を「ビス [N, N-ジ(炭化水素)-スルファモイル] -アミノ基」、 $R^{*5}$ 及び $R^{*5}$ がへ テロ環基である基を「ビス [N, N-ジ(ヘテロ環)-スルファモイル] -アミノ基」、 $R^{*5}$ が炭化水素基であり $R^{*5}$ がヘテロ環基である基を「ビス(N-炭化水素-N-ヘテロ環-スルファモイル)-アミノ基」、 $R^{*5}$ 及び $R^{*5}$ が一緒になって、それらが結合している窒素原子と共に環状アミノ基である基を「ビス(環 状アミノースルホニル)-アミノ基」と称する。

式( $\omega-15E$ )で表される基で、 $R^{a5}$ が炭化水素基である基を「ビス(N-炭

化水素-スルフィナモイル) -アミノ基」、R \* 5 がヘテロ環基である基を「ビス (N-ヘテロ環-スルフィナモイル) -アミノ基」と称する。

式( $\omega-16E$ )で表される基で、 $R^{a5}$ 及び $R^{b5}$ が炭化水素基である基を「ビス [N, N-ジ(炭化水素) -スルフィナモイル] -アミノ基」、 $R^{a5}$ 及び $R^{b5}$ が ヘテロ環基である基を「ビス [N, N-ジ(ヘテロ環) -スルフィナモイル] -アミノ基」、 $R^{a5}$ が炭化水素基であり  $R^{b5}$ がヘテロ環基である基を「ビス (N-炭化水素-N-ヘテロ環-スルフィナモイル) -アミノ基」、 $R^{a5}$ 及び $R^{b5}$ が一緒になって、それらが結合している窒素原子と共に環状アミノ基である基を「ビス (環状アミノースルフィニル) -アミノ基」と称する。

式  $(\omega-17E)$  で表される基で、 $R^{45}$ が炭化水素基である基を「ビス(炭化水素 - オキシースルホニルー)アミノ基」、 $R^{45}$ がヘテロ環基である基を「ビス(ヘテロ環ーオキシースルホニル) - アミノ基」と称する。

式  $(\omega-18E)$  で表される基で、 $R^{*5}$ が炭化水素基である基を「ビス(炭化水素ーオキシースルフィニル) -アミノ基」、 $R^{*5}$ がヘテロ環基である基を「ビス(ヘテロ環ーオキシースルフィニル) -アミノ基」と称する。

式( $\omega-19E$ )で表される基で、 $R^{*5}$ 及び $R^{*5}$ が炭化水素基である基を「ビス [O,O'-ジ(炭化水素) -ホスホノ] -アミノ基」、 $R^{*5}$ 及び $R^{*5}$ がヘテロ環基である基を「ビス [O,O'-ジ(ヘテロ環) -ホスホノ] -アミノ基」、 $R^{*5}$ が炭化水素基であり $R^{*5}$ がヘテロ環基である基を「ビス (O-炭化水素-0、-ヘテロ環-ホスホノ) -アミノ基」と称する。

式  $(\omega - 20E)$  で表される基で、 $R^{a5}$ が炭化水素基である基を「ビス(炭化水素 - スルホニル) - アミノ基」、 $R^{a5}$ がヘテロ環基である基を「ビス(ヘテロ環ースルホニル) - アミノ基」と称する。

式  $(\omega - 2 1 E)$  で表される基で、 $R^{*5}$ が炭化水素基である基を「ビス (炭化水素ースルフィニル) - アミノ基」、 $R^{*5}$ がヘテロ環基である基を「ビス (ヘテロ環ースルフィニル) - アミノ基」と称する。

上記式  $(\omega-1E)$  乃至  $(\omega-21E)$  で表される基における「炭化水素」とし

では、上記「炭化水素基」と同様の基が挙げられる。例えば、式( $\omega-1E$ )で表される「ビス(炭化水素 - カルボニル) - アミノ基」としては、ビス(アルキルーカルボニル) - アミノ基、ビス(アルケニルーカルボニル) - アミノ基、ビス(アルケニルーカルボニル) - アミノ基、ビス(アルキニルーカルボニル) - アミノ基、ビス(シクロアルキルーカルボニル) - アミノ基、ビス(シクロアルケニルーカルボニル) - アミノ基、ビス(シクロアルケニルーカルボニル) - アミノ基、ビス(シクロアルキルーアルキルーカルボニル) - アミノ基等のビス(脂肪族炭化水素 - カルボニル) - アミノ基;ビス(アリールーカルボニル) - アミノ基;ビス(アリールーカルボニル) - アミノ基;ビス(火橋環式炭化水素 - カルボニル) - アミノ基;ビス(火橋環式炭化水素 - カルボニル) - アミノ基;ビス(テルペン系炭化水素 - カルボニル) - アミノ基が挙げられる。以下、式( $\omega-2E$ )乃至( $\omega-21E$ )で表される基も同様である。

上記式( $\omega-1$  E)乃至( $\omega-2$ 1 E)で表される基における「 $\wedge$ テロ環」としては、上記「 $\wedge$ テロ環基」と同様の基が挙げられる。例えば、式( $\omega-1$  E)で表される「ビス( $\wedge$ テロ環ーカルボニル)ーアミノ基」としては、例えば、ビス(単環式 $\wedge$ テロアリールーカルボニル)ーアミノ基、ビス(縮合多環式 $\wedge$ テロアリールーカルボニル)ーアミノ基、ビス(単環式非芳香族 $\wedge$ テロ環ーカルボニル)アミノ基、ビス(縮合多環式非芳香族 $\wedge$ テロ環ーカルボニル)アミノ基が挙げられる。以下、式( $\omega-2$  E)乃至( $\omega-2$  1 E)で表される基も同様である。上記式( $\omega-1$  0 E)乃至( $\omega-1$  6 E)で表される基における「環状アミノ」としては、上記「環状アミノ基」と同様の基が挙げられる。

上記「アシルーアミノ基」及び「ジ (アシル) ーアミノ基」を総称して、「アシル 置換アミノ基」と称する。また、上記「Nー炭化水素ーアミノ基」、「N, Nージ (炭化水素) ーアミノ基」、「Nーヘテロ環ーアミノ基」、「Nー炭化水素ーNーヘ テロ環ーアミノ基」、「環状アミノ基」、「アシルーアミノ基」、及び「ジ (アシル) ーアミノ基」を総称して、「置換アミノ基」と称する。

以下、上記一般式(I)で表される化合物について具体的に説明する。

上記一般式(I)において、Aとしては、水素原子又はアセチル基を挙げることができ、好適には水素原子である。

環Zの定義における「式-O-A(式中、Aは上記定義と同義である)及び式-CONH-E(式中、Eは上記定義と同義である)で表される基の他にさらに置換基を有していてもよいアレーン」の「アレーン」としては、単環式又は縮合多環式芳香族炭化水素が挙げられ、例えば、ベンゼン環、ナフタレン環、アンラセン環、フェナントレン環、アセナフチレン環等が挙げられる。好適には、ベンゼン環、ナフタレン環等の $C_6 \sim C_{10}$ のアレーンであり、さらに好適には、ベンゼン環及びナフタレン環であり、最も好適には、ベンゼン環である。

上記環 Zの定義における「式-O-A (式中、Aは上記定義と同義である)及び式-CONH-E (式中、Eは上記定義と同義である)で表される基の他にさらに置換基を有していてもよいアレーン」の「置換基」としては、上記「置換基を有していてもよい」の定義における「置換基」と同様の基が挙げられる。該置換基のアレーン上での置換位置は特に限定されない。また、該置換基が 2 個以上存在する場合、それらは同一であっても異なっていてもよい。

上記環 Z の定義における「式 - O - A(式中、Aは上記定義と同義である)及び式 - C O N H - E(式中、E は上記定義と同義である)で表される基の他にさらに置換基を有していてもよいアレーン」が「式 - O - A(式中、A は上記定義と同義である)及び式 - C O N H - E(式中、E は上記定義と同義である)で表される基の他にさらに置換基を有していてもよいベンゼン環」である場合、好適には、「式 - O - A(式中、A は上記定義と同義である)及び式 - C O N H - E(式中、E は上記定義と同義である)で表される基の他に更に 1 ないし 3 個の置換基を有するベンゼン環」であり、更に好適には、「式 - O - A(式中、A は上記定義と同義である)で表される基の他に更に 1 ないしる個の置換基を有するベンゼン環」であり、更に好適には、「式 - O - A(式中、A は上記定義と同義である)で表される基の他に更に 1 個の置換基を有するベンゼン環」である。このとき、該置換基としては、好適には、下記「置換基群 y - 1 z」から選択される基であり、更に好適には、ハロゲン原子及び t e r t - ブチル基〔(1,1-ジメチル) エチ

ル基〕であり、最も好適には、ハロゲン原子である。

[置換基群 y - 1 z] ハロゲン原子、ニトロ基、シアノ基、ヒドロキシ基、メト キシ基、メチル基、イソプロピル基、 t e r t ーブチル基、1, 1, 3, 3ーテ トラメチルブチル基、2-フェニルエテン-1-イル基、2,2-ジシアノエテ ン-1-イル基、2-シアノ-2-(メトキシカルボニル)エテン-1-イル基、 2-カルボキシー2-シアノエテンー1-イル基、エチニル基、フェニルエチニ ル基、(トリメチルシリル) エチニル基、トリフルオロメチル基、ペンタフルオロ エチル基、フェニル基、4-(トリフルオロメチル)フェニル基、4-フルオロ フェニル基、2, 4ージフルオロフェニル基、2ーフェネチル基、1ーヒドロキ シエチル基、1-(メトキシイミノ) エチル基、1-[(ベンジルオキシ) イミノ] エチル基、2ーチエニル基 [チオフェン-2-イル基]、3ーチエニル基 [チオフ ェンー3ーイル基]、1ーピロリル基 [ピロールー1ーイル基]、2ーメチルチア ゾールー4ーイル基、イミダゾ [1, 2-a] ピリジンー2ーイル基、2ーピリ ジル基 [ピリジン-2-イル基]、アセチル基、イソブチリル基、ピペリジノカル ボニル基、4-ベンジルピペリジノカルボニル基、(ピロール-1-イル) スルホ ニル基、カルボキシ基、メトキシカルボニル基、N- [3, 5-ビス (トリフル オロメチル)フェニル]カルバモイル基、N, N-ジメチルカルバモイル基、ス ルファモイル基、N-[3, 5-ビス (トリフルオロメチル) フェニル] スルフ ァモイル基、N,Nージメチルスルファモイル基、アミノ基、N,Nージメチル アミノ基、アセチルアミノ基、ベンゾイルアミノ基、メタンスルホニルアミノ基、 ベンゼンスルホニルアミノ基、3-フェニルウレイド基、(3-フェニル) チオウ レイド基、(4-ニトロフェニル) ジアゼニル基、{[4-(ピリジン-2-イル) スルファモイル]フェニル}ジアゼニル基

上記環 Z の定義における「式 – O – A (式中、Aは上記定義と同義である)及び式 – C O N H – E (式中、E は上記定義と同義である)で表される基の他にさらに置換基を有していてもよいアレーン」が「式 – O – A (式中、Aは上記定義と同義である)及び式 – C O N H – E (式中、E は上記定義と同義である)で表さ

れる基の他にさらに置換基を有していてもよいベンゼン環」である場合、該置換基が1個であり、一般式(I)における環Zを含む下記部分構造式(I2-1):

が下記式 (Iz-2):

$$(I z-2)$$

で表される場合の $R^z$ の位置に存在することが最も好ましい。このとき、該置換基を $R^z$ と定義することができる。 $R^z$ としては、好適には、下記「置換基群 $\gamma$  – 2z」から選択される基であり、更に好適には、ハロゲン原子及びtert – ブチル基であり、最も好適には、ハロゲン原子である。

[置換基群γ-2 z ]ハロゲン原子、ニトロ基、シアノ基、メトキシ基、メチル基、イソプロピル基、tertーブチル基、1,1,3,3ーテトラメチルブチル基、2-フェニルエテン-1ーイル基、2,2ージシアノエテン-1ーイル基、2ーシアノー2ー(メトキシカルボニル)エテン-1ーイル基、2ーカルボキシー2ーシアノエテン-1ーイル基、エチニル基、フェニルエチニル基、(トリメチルシリル)エチニル基、トリフルオロメチル基、ペンタフルオロエチル基、フェニル基、4ー(トリフルオロメチル)フェニル基、4ーフルオロフェニル基、2,4ージフルオロフェニル基、2ーフェネチル基、1ーヒドロキシエチル基、1ー(メトキシイミノ)エチル基、1ー[(ベンジルオキシ)イミノ]エチル基、2ーチエニル基、3ーチエニル基、1ーピロリル基、2ーメチルチアゾールー4ーイル基、イミダゾ[1,2ーa]ピリジン-2ーイル基、2ーピリジル基、アセチル基、イソブチリル基、ピペリジノカルボニル基、4ーベンジルピペリジノカル

ボニル基、(ピロールー1ーイル) スルホニル基、カルボキシ基、メトキシカルボニル基、Nー[3,5ービス(トリフルオロメチル) フェニル] カルバモイル基、N,Nージメチルカルバモイル基、スルファモイル基、Nー[3,5ービス(トリフルオロメチル) フェニル] スルファモイル基、N,Nージメチルスルファモイル基、アミノ基、N,Nージメチルアミノ基、アセチルアミノ基、ベンゾイルアミノ基、メタンスルホニルアミノ基、ベンゼンスルホニルアミノ基、3ーフェニルウレイド基、(3ーフェニル) チオウレイド基、(4ーニトロフェニル) ジアゼニル基、{[4ー(ピリジンー2ーイル) スルファモイル] フェニル} ジアゼニル基、

上記環 Z の定義における「式 – O – A(式中、A は上記定義と同義である)及び式 – C O N H – E(式中、E は上記定義と同義である)で表される基の他に更に置換基を有していてもよいアレーン」が「式 – O – A(式中、A は上記定義と同義である)及び式 – C O N H – E(式中、E は上記定義と同義である)で表される基の他に更に置換基を有していてもよいナフタレン環」である場合、好適には、ナフタレン環である。

環 Z の定義における「式 – O – A(式中、A は上記定義と同義である)及び式 – C O N H – E(式中、E は上記定義と同義である)で表される基の他にさらに置換基を有していてもよいヘテロアレーン」の「ヘテロアレーン」としては、環系を構成する原子(環原子)として、酸素原子、硫黄原子及び窒素原子等から選択されたヘテロ原子 1 ないし3種を少なくとも 1 個含む単環式又は縮合多環式芳香族複素環が挙げられ、例えば、フラン環、チオフェン環、ピロール環、オキサゾール環、イソオキサゾール環、チアゾール環、イソチアゾール環、イミダゾール環、ピラゾール環、1,2,3 – チアジアゾール環、1,2,3 – トリアゾール環、ピリジン環、ピリダジン環、ピリミジン環、ピラジン環、1,2,3 – トリアジン環、1,2,4 – トリアジン環、1 H ーアゼピン環、1,4 – オキセピン環、1,4 – チアゼピン環、ベンゾフラン環、イソベンゾフラン環、ベンゾ[b]チオフェン環、ベンゾ[c]チオフェン環、イソベンゾフラン環、ベンゾ[b]チオフェン環、ベンゾ[c]チオフェン環、

インドール環、2 H - インインドール環、1 H - インダゾール環、2 H - インダゾール環、1 , 2 - ベンゾイソオキサゾール環、1 , 2 - ベンゾイソオキサゾール環、1 , 2 - ベンゾイソオキサゾール環、ベンゾチアゾール環、1 , 2 - ベンゾイソチアゾール環、2 , 1 - ベンゾイソチアゾール環、1 , 2 , 3 - ベンゾオキサジアゾール環、1 , 2 , 3 - ベンゾチアジアゾール環、1 , 1

上記環Zの定義における「式-O-A(式中、Aは上記定義と同義である)及び式-CONH-E(式中、Eは上記定義と同義である)で表される基の他にさらに置換基を有していてもよいヘテロアレーン」の「置換基」としては、上記「置換基を有していてもよい」の定義における「置換基」と同様の基が挙げられる。該置換基のヘテロアレーン上での置換位置は特に限定されない。また、該置換基が2個以上存在する場合、それらは同一であっても異なっていてもよい。

上記環 Z の定義における「式 – O – A (式中、A は上記定義と同義である)及び式 – C O N H – E (式中、E は上記定義と同義である)で表される基の他にさらに置換基を有していてもよいヘテロアレーン」の「置換基」としては、好適には、ハロゲン原子である。

Eの定義における「2,5-ジ置換フェニル基」の「置換基」としては、上記「置換基を有していてもよい」の定義における「置換基」と同様の基が挙げられる。

[置換基群 $\delta-1e$ ] 2, 5-ジメトキシフェニル基、2-クロロ-5-(トリ フルオロメチル) フェニル基、2,5-ビス (トリフルオロメチル) フェニル基、 2-フルオロー5-(トリフルオロメチル)フェニル基、2-ニトロー5-(ト リフルオロメチル)フェニル基、2-メチル-5-(トリフルオロメチル)フェ ニル基、2-メトキシ-5-(トリフルオロメチル)フェニル基、2-メチルス ルファニル-5-(トリフルオロメチル)フェニル基、2-(1-ピロリジニル) -5-(トリフルオロメチル)フェニル基、2-モルホリノ-5-(トリフルオ ロメチル)フェニル基、2,5-ジクロロフェニル基、2,5-ビス[(1,1-ジメチル) エチル] フェニル基、5 - [(1,1-ジメチル) エチル] -2-メト キシフェニル基、4-メトキシビフェニル-3-イル基、2-ブロモ-5-(ト リフルオロメチル)フェニル基、2-(2-ナフチルオキシ)-5-(トリフル オロメチル)フェニル基、2-(2,4-ジクロロフェノキシ)-5-(トリフ ルオロメチル)フェニル基、2-[4-(トリフルオロメチル)ピペリジン-1 ーイル] -5- (トリフルオロメチル) フェニル基、2- (2, 2, 2-トリフ ルオロエトキシ) - 5 - (トリフルオロメチル) フェニル基、2 - (2 - メトキ シフェノキシ) -5- (トリフルオロメチル) フェニル基、2- (4-クロロー 3, 5-ジメチルフェノキシ)-5-(トリフルオロメチル)フェニル基、2-ピペリジノ-5-(トリフルオロメチル)フェニル基、2-(4-メチルフェノ キシ) -5-(トリフルオロメチル)フェニル基、2-(4-クロロフェノキシ) -5- (トリフルオロメチル) フェニル基、5-イソプロピル-2-メチルフェ ニル基、2,5ージエトキシフェニル基、2,5ージメチルフェニル基、5ーク ロロー2-シアノ基、5-ジエチルスルファモイルー2-メトキシフェニル基、 2-クロロ-5-ニトロフェニル基、2-メトキシ-5- (フェニルカルバモイ ル)フェニル基、5-アセチルアミノ-2-メトキシフェニル基、5-メトキシ -2-メチルフェニル基、2,5-ジブトキシフェニル基、2,5-ジイソペン

チルオキシ基、5-カルバモイル-2-メトキシフェニル基、5-[(1,1-ジ メチル)プロピル]-2-フェノキシフェニル基、2-ヘキシルオキシ-5-メ タンスルホニル基、5-[(2,2-ジメチル)プロピオニル]-2-メチルフェ ニル基、5-メトキシ-2-(1-ピロリル)フェニル基、5-クロロ-2-(p - トルエンスルホニル)フェニル基、2-クロロ-5-(p-トルエンスルホニ ル) フェニル基、2-フルオロ-5-メタンスルホニル基、2-メトキシ-5-フェノキシ基、2-メトキシ-5-(1-メチル-1-フェニルエチル)フェニ ル基、5-モルホリノー2-ニトロフェニル基、5-フルオロー2-(1-イミ ダゾリル)フェニル基、2-ブチル-5-ニトロフェニル基、5-[(1,1-ジ メチル)プロピル]-2-ヒドロキシフェニル基、2-メトキシー5-メチルフ ェニル基、2,5-ジフルオロフェニル基、2-ベンゾイル-5-メチルフェニ ル基、2-(4-シアノフェノキシ)-5-(トリフルオロメチル)フェニル基、 2- (4-メトキシフェノキシ) -5- (トリフルオロメチル) フェニル基 上記Eの定義における「2,5-ジ置換フェニル基」としては、更に好適には、 「2,5-ジ置換フェニル基(但し、該置換基の少なくとも1個はトリフルオロ メチル基である)」であり、特に更に好適には、下記「置換基群  $\delta-2e$ 」から選 択される基であり、最も好適には、2,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニ ル基である。

[置換基群  $\delta - 2$  e]  $2 - \rho n n - 5 - ($  トリフルオロメチル) フェニル基、2 ,  $5 - \forall z$  (トリフルオロメチル) フェニル基、 $2 - \forall z$  フェニル基、 $2 - \forall z$  アルカロメチル) フェニル基、 $2 - \exists z$  フェニル基、 $2 - \exists z$  アルカロメチル) フェニル基、 $2 - \exists z$  フェニル基、 $2 - \exists z$  アルカロメチル) フェニル基、 $2 - \exists z$  フェニル基、 $2 - \exists z$  アルカロスチル) フェニル基、 $2 - \exists z$  アルカロスチル) フェニル基、 $2 - \exists z$  アルカロスチル) フェニル基、 $2 - \exists z$  フェニルスカロスチル) フェニルスカロスチル) フェニルスカロスチル) フェニルスカロスチル) フェニルスカロスチル) フェニルスカロスチル) フェニルスカロスチル) フェニルスカロスチャル) フェニルスカロスチャル) フェニルスカロスチャル) フェニルスカロスチャル) フェニルスカロフェノキシ)

-5-(トリフルオロメチル)フェニル基、2-[4-(トリフルオロメチル)ピペリジン-1-イル]-5-(トリフルオロメチル)フェニル基、2-(2,2,2-トリフルオロエトキシ)-5-(トリフルオロメチル)フェニル基、2-(4-クロロー3,5-ジメチルフェノキシ)-5-(トリフルオロメチル)フェニル基、2-(4-クロロー3,5-ジメチルフェノキシ)-5-(トリフルオロメチル)フェニル基、2-(4-メチルフェノキシ)-5-(トリフルオロメチル)フェニル基、2-(4-クロフェノキシ)-5-(トリフルオロメチル)フェニル基、2-(4-クロフェノキシ)-5-(トリフルオロメチル)フェニル基、2-(4-シアノフェノキシ)-5-(トリフルオロメチル)フェニル基、2-(4-シアノフェノキシ)-5-(トリフルオロメチル)フェニル基、2-(4-メトキシフェノキシ)-5-(トリフルオロメチル)フェニル基、2-(4-メトキシフェノキシ)-5-(トリフルオロメチル)フェニル基

[置換基群 δ - 3 e] 3, 5 - ビス (トリフルオロメチル) フェニル基、3, 5 - ジクロロフェニル基、3, 5 - ビス [(1, 1 - ジメチル) エチル] フェニル基、3 - フルオロー5 - (トリフルオロメチル) フェニル基、3 - ブロモー5 - (トリフルオロメチル) フェニル基、3 - メトキシー5 - (トリフルオロメチル) フェニル基、3, 5 - ジフルオロフェニル基、3, 5 - ジェートロフェニル基、3, 5 - ジメチルフェニル基、3, 5 - ジメトキシフェニル基、3, 5 - ビス (メトキシカルボニル) フェニル基、3 - メトキシカルボニルー5 - (トリフルオロメチル) フェニル基、3 - メトキシカルボニルー5 - (トリフルオロメチル) フェニル基、3, 5 - ジカルボキシフェニル基、3, 5 - ジカルボキシフェニル基、3, 5 - ジカルボキシフェニル基

ル基である。

[置換基群 δ - 4 e ] 3, 5 - ビス (トリフルオロメチル) フェニル基、3 - フルオロ-5 - (トリフルオロメチル) フェニル基、3 - ブロモー5 - (トリフルオロメチル) フェニル基、3 - メトキシー5 - (トリフルオロメチル) フェニル基、3 - メトキシカルボニルー5 - (トリフルオロメチル) フェニル基、3 - カルボキシー5 - (トリフルオロメチル) フェニル基

Eの定義における「置換基を有していてもよい単環式若しくは縮合多環式へテロアリール基(ただし、該へテロアリール基が、①式(I)中の一CONH-基に直結する環がベンゼン環である縮合多環式へテロアリール基、②無置換のチアゾールー2ーイル基、及び③無置換のベンゾチアゾールー2ーイル基である場合を除く)」の「置換基」としては、上記「置換基を有していてもよい」の定義における「置換基」と同様の基が挙げられる。該置換基のヘテロアリール基上での置換位置は特に限定されない。また、該置換基が2個以上存在する場合、それらは同一であっても異なっていてもよい。

上記Eの定義における「置換基を有していてもよい単環式若しくは縮合多環式へ テロアリール基」の「単環式へテロアリール基」としては、上記「ヘテロ環基」 の定義における「単環式へテロアリール基」と同様の基が挙げられる。

上記Eの定義における「置換基を有していてもよい単環式若しくは縮合多環式へテロアリール基」の「縮合多環式へテロアリール基」としては、上記「ヘテロ環基」の定義における「縮合多環式へテロアリール基」と同様の基が挙げられる。 上記Eの定義における「置換基を有していてもよい単環式若しくは縮合多環式へテロアリール基」としては、①一般式(I)中の一CONH-基に直結する環がベンゼン環である縮合多環式へテロアリール基、②無置換のチアゾールー2ーイル基、及び③無置換のベンゾチアゾールー2ーイル基は除く。

上記Eの定義における「置換基を有していてもよい単環式若しくは縮合多環式へ テロアリール基」の「単環式若しくは縮合多環式へテロアリール基」としては、 好適には、5ないし10員の単環式若しくは縮合多環式へテロアリール基であり、

このとき、好適な基の具体例としては、チアゾリル基、チエニル基、ピラゾリル 基、オキサゾリル基、1,3,4-チアジアゾリル基、ピリジル基、ピリミジニ ル基、ピラジニル基、及びキノリル基である。

上記Eの定義における「置換基を有していてもよい単環式若しくは縮合多環式へテロアリール基」の「単環式若しくは縮合多環式へテロアリール基」としては、更に好適には、5員の単環式へテロアリール基であり、特に更に好適には、チアゾリル基、チエニル基、ピラゾリル基、オキサゾリル基、及び1,3,4ーチアジアゾリル基であり、最も好適には、チアゾリル基である。

ここで、上記Eの定義における「置換基を有していてもよい単環式若しくは縮合 多環式へテロアリール基」としては、「無置換のチアゾールー2ーイル基は除く」 ので、該「置換基を有していてもよい単環式若しくは縮合多環式へテロアリール 基」としては、最も好適には、置換チアゾリル基である。

上記Eの定義における「置換基を有していてもよい単環式若しくは縮合多環式へ テロアリール基」が「置換チアゾリル基」である場合、好適には、「モノ置換チア ゾールー2ーイル基」、及び「ジ置換チアゾールー2ーイル基」であり、更に好適 には、「ジ置換チアゾールー2ーイル基」である。

上記 Eの定義における「置換基を有していてもよい単環式若しくは縮合多環式へテロアリール基」が「ジ置換チアゾールー 2 ーイル基」である場合、特に更に好適には、下記「置換基群  $\delta$  ー 5 e 」から選択される基であり、最も好適には、4 ー [(1, 1-ジメチル) エチル] ー 5 ー [(2, 2-ジメチル) プロピオニル] チアゾールー 2 ーイル基である。

[置換基群  $\delta-5$  e ] 5 - ブロモー 4 - [(1, 1-i)メチル) エチル ] チアゾールー 2 - 2 - 4 -

オロメチル)フェニル] チアゾールー2ーイル基、4-[(1,1-ジメチル) エ チル] -5-エチルチアゾール-2-イル基、4-エチル-5-フェニルチアゾ ールー2-イル基、4-イソプロピルー5-フェニルチアゾールー2-イル基. 4-ブチル-5-フェニルチアゾール-2-イル基、<math>4-[(1, 1-ジメチル)]エチル] -5- [(2, 2-ジメチル) プロピオニル] チアゾールー2-イル基、 4-[(1, 1-ジメチル) エチル] -5-(エトキシカルボニル) チアゾールー 2ーイル基、4ー [(1, 1ージメチル) エチル] - 5 - ピペリジノチアゾールー 2-イル基、4-[(1, 1-ジメチル) エチル]-5-モルホリノチアゾールー 2-イル基、4-[(1, 1-ジメチル) エチル] -5-(4-メチルピペラジン -1-イル) チアゾール-2-イル基、4-[(1, 1-ジメチル) エチル] -5 - (4-フェニルピペラジン-1-イル)チアゾール-2-イル基、5-カルボ キシメチルー4ーフェニルチアゾールー2ーイル基、4、5ージフェニルチアゾ ールー2ーイル基、4ーベンジルー5ーフェニルチアゾールー2ーイル基、5ー フェニルー4-(トリフルオロメチル)チアゾール-2-イル基、5-アセチル ー4ーフェニルチアゾールー2ーイル基、5ーベンゾイルー4ーフェニルチアゾ ールー2-イル基、5-エトキシカルボニルー4-フェニルチアゾールー2ーイ ル基、5-エトキシカルボニルー4-(ペンタフルオロフェニル)チアゾールー 2-イル基、5-メチルカルバモイル-4-フェニルチアゾール-2-イル基、 5-エチルカルバモイル-4-フェニルチアゾール-2-イル基、5-イソプロ ピルカルバモイルー4ーフェニルチアゾールー2ーイル基、5-(2-フェニル エチル) カルバモイルー4-フェニルチアゾールー2-イル基、5-エトキシカ ルボニルー4ー (トリフルオロメチル) チアゾールー2ーイル基、5ーカルボキ シー4-[(1, 1-ジメチル) エチル] チアゾール-2-イル基、5-(エトキ シカルボニル) メチルー4ーフェニルチアゾールー2ーイル基、5ーカルボキシ - 4 - フェニルチアゾールー 2 - イル基、 5 - プロピルカルバモイルー 4 - フェ ニルチアゾールー2-イル基

上記Eの定義における「置換基を有していてもよい単環式若しくは縮合多環式へ

テロアリール基」が「モノ置換チアゾールー2ーイル基」である場合、好適な基の具体例としては、下記「置換基群 $\delta-6e$ 」に示す基が挙げられる。

[置換基群  $\delta - 6$  e ] 4 - [(1, 1 - ij x f n)] エチル] チアゾールー2ーイル基、4 - [3, 5 - ii x] (トリフルオロメチル) フェニル] チアゾールー2ーイル基、4 - [3, 4 - ij 0] ロロフェニル) チアゾールー2ーイル基、4 - (2, 4 - ij 0) ロロフェニル) チアゾールー2ーイル基、4 - (3, 4 - ij 0) フェニル] チアゾールー2ーイル基、4 - [4 - (1, 1)] チアゾールー2ーイル基、4 - (2, 5 - ij 0) アンニール) チアゾールー2ーイル基、4 - (4 - ij 0) チンフェニル) チアゾールー2ーイル基、4 - (4 - ij 0) フェニル] チアゾールー2ーイル基、4 - (4 - ij 0) チンフェニル) チアゾールー2ーイル基、4 - (4 - ij 0) チアゾールー2ーイル基

上記一般式(I)で表される化合物としては、好適には、「下記一般式(X-1)で表される置換安息香酸誘導体」以外の化合物である。

$$R^{1001}$$
  $I$   $X^{1001}$   $(X-1)$ 

...(式中、

R<sup>1001</sup>は、下記の一般式(X-2):

$$R^{1003}$$
 $R^{1004}$ 
 $CH_2$ 
 $(X-2)$ 

または、下記の一般式 (X-3):

$$R^{1003}$$
 $R^{1004}$ 
 $CH_2$ 
 $(X-3)$ 

(式中、 $R^{1003}$ 、 $R^{1004}$ および $R^{1005}$ は各々独立に水素原子、炭素数 $1\sim6$ のアルキル基または炭素数 $1\sim6$ のアルコキシ基であり、 $R^{1009}$ および $R^{1010}$ は各々独立に水素原子、炭素数 $1\sim6$ のアルキル基または炭素数 $2\sim1$ 1のアシル基を示す)であり;

 $R^{1002}$ は、水素原子、置換されていてもよい炭素数  $1\sim 6$  の低級アルキル基、置換されていてもよい炭素数  $6\sim 1$  2 のアリール基、置換されていてもよい炭素数  $4\sim 1$  1 のヘテロアリール基、置換されていてもよい炭素数  $7\sim 1$  4 のアラルキル基、置換されていてもよい炭素数  $5\sim 1$  3 のヘテロアリールアルキル基を示すか、あるいは炭素数  $2\sim 1$  1 のアシル基であり;

X<sup>1001</sup>は、エステル化またはアミド化されていてもよいカルボキシル基を示す。)上記一般式(I)で表される化合物は塩を形成することができる。薬理学的に許容される塩としては、酸性基が存在する場合には、例えば、リチウム塩、ナトリウム塩、カリウム塩、マグネシウム塩、カルシウム塩等の金属塩、又はアンモニウム塩、メチルアンモニウム塩、ジメチルアンモニウム塩、トリメチルアンモニウム塩、ジシクロヘキシルアンモニウム塩等のアンモニウム塩をあげることができ、塩基性基が存在する場合には、例えば、塩酸塩、臭酸塩、硫酸塩、硝酸塩、リン酸塩等の鉱酸塩、あるいはメタンスルホン酸塩、ベンゼンスルホン酸塩、パラトールエンスルホン酸塩、酢酸塩、プロピオン酸塩、酒石酸塩、フマール酸塩、マレイン酸塩、リンゴ酸塩、シュウ酸塩、コハク酸塩、クエン酸塩、安息香酸塩、マンデル酸塩、ケイ皮酸塩、乳酸塩等の有機酸塩をあげることができる。グリシンなどのアミノ酸と塩を形成する場合もある。本発明の医薬の有効成分としては、薬学的に許容される塩も好適に用いることができる。

上記一般式(I)で表される化合物又はその塩は、水和物又は溶媒和物として存

在する場合もある。本発明の医薬の有効成分としては、上記のいずれの物質を用いてもよい。さらに一般式(I)で表される化合物は1以上の不斉炭素を有する場合があり、光学活性体やジアステレオマーなどの立体異性体として存在する場合がある。本発明の医薬の有効成分としては、純粋な形態の立体異性体、光学対掌体又はジアステレオマーの任意の混合物、ラセミ体などを用いてもよい。

また、一般式(I)で表される化合物が例えば2-ヒドロキシピリジン構造を有する場合、その互変異性体(tautomer)である2-ピリドン構造として存在する場合がある。本発明の医薬の有効成分としては、純粋な形態の互変異性体又はそれらの混合物を用いてもよい。また、一般式(I)で表される化合物がオレフィン性の二重結合を有する場合には、その配置は乙配置又はE配置のいずれでもよく、本発明の医薬の有効成分としてはいずれかの配置の幾何異性体又はそれらの混合物を用いてもよい。

本発明の医薬の有効成分として一般式(I)に包含される化合物を以下に例示するが、本発明の医薬の有効成分は下記の化合物に限定されることはない。

なお、下記表において用いられる略語の意味は下記の通りである。

Me:メチル基、Et:エチル基。

r	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
化合物番号	A o	E
1	Me O	CF <sub>3</sub>
2	OH	CF <sub>3</sub>
3	OH F	CF <sub>3</sub>
4	OH	CF <sub>3</sub>
5	Me O CI	CF <sub>3</sub>
6	OH Br	CF <sub>3</sub>

7	OH	CF <sub>3</sub>
8	OH NO <sub>2</sub>	- CF <sub>3</sub>
9	OH	CF <sub>3</sub>
1 0	OH Me	CF <sub>3</sub>
1 1	OH Me Me	CF <sub>3</sub>
1 2	OH O Me	CF <sub>3</sub>
1 3	HOOH	CF <sub>3</sub>
1 4	MeO N Me	CF <sub>3</sub>

1 5	OH OH Me	CF <sub>3</sub>
1 6	OH CN CN	CF <sub>3</sub>
1 7	OH CN CO <sub>2</sub> Me	CF <sub>3</sub>
1 8	OH CO2H	CF <sub>3</sub>
19	£ + 6	CF <sub>3</sub>
2 0	OH SiMe <sub>3</sub>	CF <sub>3</sub>

2 1	OH H	CF <sub>3</sub>
2 2	OH .	CF <sub>3</sub>
2 3	OH	CF <sub>3</sub>
2 4	Q = E	CF <sub>3</sub>
2 5	OH CF <sub>3</sub>	CF <sub>3</sub>
2 6	OH CF <sub>2</sub> CF <sub>3</sub>	CF <sub>3</sub>

	T	
2 7	OH N	CF <sub>3</sub>
2 8	OH S	CF <sub>3</sub>
2 9	OH S	CF <sub>3</sub>
3 0	OH N S Me	CF <sub>3</sub>
3 1	OH HO	CF <sub>3</sub>
3 2	OH	CF <sub>3</sub>

3 3	OH OMe	CF <sub>3</sub>
3 4	OH Me Me	CF <sub>3</sub>
3 5	OH CO₂Me	CF <sub>3</sub>
3 6	OH CO₂H	CF <sub>3</sub>
3 7	OH CF3	CF <sub>3</sub>
3 8	OH CONMe <sub>2</sub>	CF <sub>3</sub>
3 9	OH NO	CF <sub>3</sub>

4 0	OH OH	CF <sub>3</sub>
4 1	OH SO <sub>2</sub> NMe <sub>2</sub>	CF <sub>3</sub>
4 2	OH O=S=O	CF <sub>3</sub>
4 3	OH NH <sub>2</sub>	CF <sub>3</sub>
4 4	OH NMe <sub>2</sub>	CF <sub>3</sub>
4 5	H O H O O O O O O O O O O O O O O O O O	CF <sub>3</sub>
4 6	DH H Z O	CF <sub>3</sub>

4 7	OH HN S	CF <sub>3</sub>
4 8	OH N N NO2	CF <sub>3</sub>
4 9	OH	CF <sub>3</sub> CF <sub>3</sub>
5 0	OH ON NE N CI	CF <sub>3</sub>
5 1	CI OH	CF <sub>3</sub>
5 2	ОН	CF <sub>3</sub>

5 3	OH Me	CF <sub>3</sub>
5 4	но Вг	CF <sub>3</sub>
55.	но	CF <sub>3</sub>
5 6	CI	CF <sub>3</sub>
5 7	но	CF <sub>3</sub>
5 8	OH Me	CF <sub>3</sub>
5 9	OH MeO	CF <sub>3</sub>
6 0	OH Me Me Me Me	CF <sub>3</sub>

6 1	ÓН	
	CI	CF <sub>3</sub>
6 2	Me OH Me Me Me Me	CF <sub>3</sub>
6 3	OH F	CF <sub>3</sub>
64	CI	CF <sub>3</sub>
6 5	MeO OH	CF <sub>3</sub>
6 6	ОН	CF <sub>3</sub>
6 7	OH NHSO <sub>2</sub> Me	CF <sub>3</sub>
6 8	OH HN SSO	CF <sub>3</sub>

	·	
6 9	OH HN Me	CF <sub>3</sub>
7 0	OH SO <sub>2</sub> NH <sub>2</sub>	CF <sub>3</sub>
7 1	OH	CF <sub>3</sub>
7 2	OH	CF <sub>3</sub>
7 3	OH	CF <sub>3</sub>
7 4	OH Br	CF <sub>3</sub>
7 5	OH N CI	CF <sub>3</sub>
7 6	OH N	CF <sub>3</sub>

7 7	OH HN CI	CF <sub>3</sub>
7 8	HN HO	CF <sub>3</sub>
7 9	OH HN CI	CF <sub>3</sub>
8 0	OH N N	CF <sub>3</sub>
8 1	OH	CF <sub>3</sub>
8 2	Me O CI	CF <sub>3</sub>
8 3	OH Br	CF <sub>3</sub>
8 4	OH Me	CF <sub>3</sub>

8 5	OH	CF <sub>3</sub>
8 6	OH Br	CF <sub>3</sub>
8 7	OH CI	CF <sub>3</sub>
8 8	OH	CF <sub>3</sub>
8 9	Me O CI	CF <sub>3</sub>
9 0	OH Br	CF <sub>3</sub>
9 1	OH CI	CF <sub>3</sub>
9 2	OH CI	CF <sub>3</sub>

9 3	OH Br	CF <sub>3</sub> OMe
9 4	OH Br	- CF <sub>3</sub> OMe
9 5	OH	CF <sub>3</sub>
9 6	OH	CF <sub>3</sub>
9 7	OH Br	CF <sub>3</sub>
9 8	OH Br	CF <sub>3</sub>
9 9	OH NO <sub>2</sub>	CF <sub>3</sub>
100	OH Me	CF <sub>3</sub>

101	OH OMe	CF <sub>3</sub>
1 0 2	OH Me	CF <sub>3</sub>
103	OH Me	CF <sub>3</sub>
104	OH CI	CF <sub>3</sub>
105	OH	CF <sub>3</sub> OMe
106	OH	CF <sub>3</sub>
107	OH CI	CF <sub>3</sub>
108	OH CI	CF <sub>3</sub> CO <sub>2</sub> Me

109	OH	CF <sub>3</sub>
110	OH	CF <sub>3</sub>
111	OH	CF <sub>3</sub>
112	CI	CF <sub>3</sub>
113	OH	CF <sub>3</sub> OCH <sub>2</sub> CF <sub>3</sub>
114	OH CI	CF <sub>3</sub>

115	OH	CF <sub>3</sub> O Me CI
116	OH CI	CF <sub>3</sub>
117	OH G	CF <sub>3</sub>
118	OH	CF <sub>3</sub>
119	OH N CI	CF <sub>3</sub>
1 2 0	Me O	CC
1 2 1	OH	CI

		T
1 2 2	OH	CI
1 2 3	OH Br	F
1 2 4	OH F	CI
1 2 5	OH	CI
1 2 6	OH Br	C C
1 2 7	OH	CI
1 2 8	OH Br Br	CC
1 2 9	СІ	CI
1 3 0	OH NO <sub>2</sub>	CI

WO 03/103655 PCT/JP03/07121 -

1 3 1	OH Me	CI
1 3 2	OH OMe	CI
1 3 3	OH Br	NO <sub>2</sub>
134	OH	Me Me Me Me Me
135	OH CI	Me Me Me OMe
136	Me O CI	Me Me OMe
137	OH Br	Me Me

1 3 8	OH	Me Me Me Me Me
139	Me O CI	Me Me Me Me Me
140	OH Br	Me Me Me Me Me
1,41	OH	OMe
1 4 2	OH Br	OMe OMe
1 4 3	OH Br	OMe OMe
144	OH Br	CO <sub>2</sub> Me CO <sub>2</sub> Me

	<del></del>	
1 4 5	OH Me	Me Me Me Me Me
1 4 6	OH NO <sub>2</sub>	Me Me Me Me Me Me
1 4 7	OH Me	Me Me Me Me Me
148	OH OMe	Me Me Me Me Me
1 4 9	OH Me	Me Me Me OMe
150	OH Br	CO <sub>2</sub> H
151	OH CI	Me Me

1 5 2	OH CI	OEt OEt
1 5 3	OH	Me Me
1 5 4	OH	CI
155	OH	SO <sub>2</sub> NEt <sub>2</sub>
156	OH	NO₂ CI
157	CI	OMe H
158	OH	OMe OMe
159	OH OH	O HN Me OMe

	<del></del>	
1 6 0	OH CI	OMe Me
1 6 1	OH	O Me
162	OH	Me O Me O Me Me
163	OH	CONH <sub>2</sub> OMe
164	0 H	Me Me
165	OH G	SO <sub>2</sub> Me
166	OH OH	Me Me Me

1 6 7	ÓН	O.V.
107		OMe N
168	OH	CI O=S——Me
169	OH CI	O = S — Me
1 7 0	OH	SO <sub>2</sub> Me
171	2 — P	OMe
1 7 2	OH CI	Me
173	OH CI	Me Me OMe

	T	
174	OH CI	NO <sub>2</sub>
1 7 5	OH	F
176	OH	NO₂ Me
177	OH	Me Me OH
178	OH	Me OMe
179	OH	F
180	OH GI	F
181	OH	CI

182	OH	CI
183	OH	OMe OMe
184	OH N CI	Me Me Me Me Me
185	OH Br	Me Me Me Me
186	OH Br	Me Me Me S Br
187	OH Br	N CF3 Br
188	OH	Me Me Me S CN
189	OH Br	Me Me Me S CN

1 9 0	OH Br	N S Me
191	OH Br	N Me S Me
192	OH Br	N Me
193	OH Br	N Me S
194	OH Br	N Me S CF3
195	OH Br	Me Me Me S Et
196	OH Br	N Et
197	OH Br	Me N Me
198	OH Br	N Me

199	OH CI	Me Me S O Me Me Me Me Me Me Me
200	Me O CI	Me Me Me Me Me Me Me
2 0 1	OH Br	Me Me Me S O Me Me Me
2 0 2	OH Br	Me Me N Me S CO <sub>2</sub> Et
2 0 3	OH Br	Me Me Me S CO <sub>2</sub> H
204	OH Br	Me Me
2 0 5	OH Br	Me Me Me

2 0 6	OH Br	Me Me Me S N Me
207	OH Br	Me Me
2 0 8	OH Br	N S
209	OH Br	N CO <sub>2</sub> Et
2 1 0	OH Br	N CO <sub>2</sub> H
211	OH Br	N S
212	OH Br	N S
213	OH Br	S CF3

214	OH Br	N Me
2 1 5	OH Br	N O
2 1 6	OH Br	S Co <sub>2</sub> Et
2 1 7	OH Br	S CO <sub>2</sub> H
2 1 8	OH	S CO <sub>2</sub> Et
219	OH Br	S CO <sub>2</sub> Et
2 2 0	OH Br	N CONHMe
221	OH Br	N CONHEE

2 2 2	OH Br	N H Me
2 2 3	OH Br	N H N N N N N N N N N N N N N N N N N N
224	OH Br	N CF <sub>3</sub> CO <sub>2</sub> Et
225	OH	S CO <sub>2</sub> Et
2 2 6	OH F	N CO <sub>2</sub> Et
227	OH F	N S CO <sub>2</sub> Et

2 2 8	OH CF <sub>3</sub>	N S CO₂Et
2 2 9	OH N	S CO <sub>2</sub> Et
2 3 0	OH S	S Co <sub>2</sub> Et
2 3 1	OH	CF <sub>3</sub>
2 3 2	OH	EtO <sub>2</sub> C
233	OH Br	N-NH
234	OH Br	N Et

2 3 5	OH Br	N I O
2 3 6	OH Br	N O
2 3 7	OH	N-N CF <sub>3</sub>
2 3 8	OH Br	N-N US CF3
2 3 9	OH CI	
2 4 0	OH	CI
2 4 1	OH	OMe N CI
242	OH	
2 4 3	OH	N Br

2 4 4	OH CI	√ <sub>N</sub>
2 4 5	OH .	N Br
2 4 6	OH Br	N H Me
247	OH O=S-NH O CF <sub>3</sub>	CF <sub>3</sub>
2 4 8	OH	Me O OH N H CI
249	OH	CF <sub>3</sub>
250	P OH	CF <sub>3</sub>
251	OH CI	Me Me NH <sub>2</sub>

2 5 2	OH	CF <sub>3</sub>
253	OH	CF <sub>3</sub> OMe
254	OH	CF <sub>3</sub>
255	OH	N CI
2 5 6	Me OH	CF <sub>3</sub>
257	Me OH Me Br	CF <sub>3</sub>
258	OH Me Br	CF <sub>3</sub>
259	OH Br	CF <sub>3</sub>

		<del></del>
260	OH	N CI
261	OH	N CF <sub>3</sub>
262	OH	CF <sub>3</sub>
263	OH OH	N F F
264	OH	OMe
265	OH	CF <sub>3</sub>
266	OH	F F F
267	OH	Me

2 6 8	OH Br	CF <sub>3</sub>
	Br	CF <sub>3</sub>

一般式(I)で表される化合物は、例えば、以下の反応工程式に示した方法によって製造することができる。

## 反応工程式

(式中、A、環 Z 及び E は、一般式(I)における定義と同意義であり、 $A^{101}$  は水素原子又はヒドロキシ基の保護基(好ましくは、メチル基等のアルキル基;ベンジル基等のアラルキル基;アセチル基;メトキシメチル基等のアルコキシアルキル基;トリメチルシリル基等の置換シリル基)を表し、R及び  $R^{101}$  は水素原子、 $C_1 \sim C_6$  のアルキル基等を表し、 $E^{101}$  は、一般式(I)の定義における E 又は E の前駆体を表し、G はヒドロキシ基、ハロゲン原子(好ましくは、塩素原子)、炭化水素 I 、 
ストラン 、炭化水素 I 、 
ストラン を表し、 
ストラン 、 
ストラン 、

## (第1工程)

カルボン酸誘導体(1)とアミン(2)とを脱水縮合させることにより、アミド(3)製造することができる。この反応は、酸ハロゲン化剤又は脱水縮合剤の存在下、塩基の存在又は非存在下、無溶媒又は非プロトン性溶媒中 0% 0% の反応温度で行われる。

この反応は、酸ハロゲン化剤又は脱水縮合剤の存在下、塩基の存在又は非存在下、 無溶媒又は非プロトン性溶媒中0℃~180℃の反応温度で行われる。

カルボジイミド、1ーエチルー3ー(3ージメチルアミノプロピル)カルボジイミド塩酸塩、ジフェニルホスホリルアジドなどを挙げることができる。塩基としては、炭酸ナトリウム、炭酸カリウム、炭酸水素ナトリウム等の無機塩基、あるいはピリジン、トリエチルアミン、N,Nージエチルアニリン等の有機塩基が挙げられる。非プロトン性溶媒としてはジクロロメタン、ジクロロエタン、クロロホルム、テトラヒドロフラン、1,4ージオキサン、ベンゼン、トールエン、モノクロロベンゼン、ロージクロロベンゼン、N,Nージメチルホルムアミド、Nーメチルピロリドンなどを挙げることができ、酸ハロゲン化剤の存在下に反応を行う場合には、特に、トールエン、モノクロロベンゼン、ロージクロロベンゼンが好ましい。

また、例えば、「ジャーナル・オブ・メディシナルケミストリー(Journal of Medicinal Chemistry)」,(米国),1998年,第41巻,第16号,p. 2939-2945に記載の方法及びこれらに準じた方法により、予めカルボン酸から酸塩化物を製造、単離し、次いで $E^{101}$ を有するアミンと反応させることにより目的とするアミドを製造することもできる。

Gがヒドロキシ基である場合の好適な反応条件として、例えば、「アーキブ・デア・ファルマツィー (Archiv der Pharmazie)」、(ドイツ)、1998年、第331巻、第1号、p.3-6. に記載された反応条件を用いることができる。

カルボン酸誘導体(1)及びアミン(2)の種類は特に限定されず、文献公知の 製造方法を適宜参照しつつ新規に合成するか、あるいは市販の試薬を入手して上 記反応に用いることができる。

## (第2工程)

アミド(3)が保護基を有する場合及び/又は官能基修飾に有利な置換基(例えば、アミノ基及びその保護体若しくは前駆体;カルボキシ基及びその保護体若しくは前駆体など)を有する場合、この工程で脱保護反応及び/又は官能基修飾反応を行うことにより最終目的物である化合物(4)を製造することができる。該反応は、種々の公知の方法を用い

ることができ、脱保護反応及び官能基修飾反応としては、例えば、セオドラ・W.・ グリーン (Theodora W. Green), ピーター・G.・M.・ブッツ (Peter G. M. Wuts) 編「プロテクティブ・グループス・イン・オーガニック・シンセシズ (Protective Groups in Organic Syntheses)」,(米国),第3版,ジョン・ウィリー・アンド・ サンズ・インク (John Wiley & Sons, Inc.), 1999年4月; 「ハンドブック・ オブ・リエージェンツ・フォー・オーガニック・シンセシス (Handbook of Reagents for Organic Synthesis)」、(米国)、全4巻、ジョン・ウィリー・アンド・サンズ・ インク (John Wiley & Sons, Inc.), 1999年6月, 等に記載の方法を;官能 基修飾反応としては、例えば、リチャード・F.・ヘック(Richard F. Heck)著 「パラジウム・リエージェンツ・イン・オーガニック・シンセシス (Palladium Reagents in Organic Syntheses)」、(米国),アカデミック・プレス(Academic Press)、 1985年; 计二郎(J. Tsuii) 著「パラジウム・リエージェンツ・アンド・カタ リスツ:イノベーションズ・イン・オーガニック・シンセシス (Palladium Reagents and Catalysts: Innovations in Organic Synthesis)」, (米国), ジョン・ウィリ ー・アンド・サンズ・インク (John Wiley & Sons, Inc.), 1999年, 等に記 載の方法を用いることができる。

以上のような方法で製造された一般式(I)で表される化合物は、当業者に周知の方法、例えば、抽出、沈殿、分画クロマトグラフィー、分別結晶化、懸濁洗浄、再結晶などにより、単離、精製することができる。また、本発明化合物の薬理学的に許容される塩、並びにそれらの水和物及び溶媒和物も、それぞれ当業者に周知の方法で製造することができる。

本明細書の実施例には、一般式(I)に包含される代表的化合物の製造方法が具体的に説明されている。従って、当業者は、上記の一般的な製造方法の説明及び実施例の具体的製造方法の説明を参照しつつ、適宜の反応原料、反応試薬、反応条件を選択し、必要に応じてこれらの方法に適宜の修飾ないし改変を加えることによって、一般式(I)に包含される化合物をいずれも製造可能である。

一般式(I)で示される化合物は抗癌作用を有しており、該化合物を有効成分と

して含む医薬は癌の予防及び/又は治療のために用いることができる。本明細書 において「癌の予防及び/又は治療」あるいはその類義語は、殺癌細胞又は静癌 作用のフォーか、組織又は細胞の癌化阻害作用、癌の転移阻害作用、既存の抗癌 剤の作用増強、既存の抗癌剤に対する薬剤耐性の克服作用、癌性悪疫質改善作用、 再発防止作用、癌患者の延命作用などを含めて最も広義に解釈する必要があり、 いかなる意味においても限定的に解釈してはならない。本発明の医薬は、皮膚癌 黒色腫、腎臓癌、肺癌、肝癌、乳癌、子宮癌、膵癌、その他の固形癌、肉腫、骨 肉腫、癌の転移浸潤、炎症性病巣の癌化、癌性悪液質、癌の転移、急性骨髄芽球 性白血病等の白血病、多発性骨髄腫、レンネルトリンパ腫、悪性リンパ腫、癌の 抗癌剤耐性化、ウイルス性肝炎および肝硬変等の病巣の癌化、大腸ポリープから の癌化、脳腫瘍、神経腫瘍、サルコイドーシス等の予防及び/又は治療に用いる ことができるが、本発明の医薬の適用対象はこれらの癌に限定されることはない。 本発明の医薬の有効成分としては、一般式 ( I ) で表される化合物及び薬理学的 に許容されるそれらの塩、並びにそれらの水和物及びそれらの溶媒和物からなる 群から選ばれる物質の1種又は2種以上を用いることができる。本発明の医薬と しては上記の物質自体を用いてもよいが、好適には、本発明の医薬は有効成分で ある上記の物質と1又は2以上の薬学的に許容される製剤用添加物とを含む医薬 組成物の形態で提供される。上記医薬組成物において、製剤用添加物に対する有 効成分の割合は、1重量%から90重量%程度である。

本発明の医薬は、例えば、顆粒剤、細粒剤、散剤、硬カプセル剤、軟カプセル剤、シロップ剤、乳剤、懸濁剤、又は液剤などの経口投与用の医薬組成物として投与してもよいし、静脈内投与、筋肉内投与、若しくは皮下投与用の注射剤、点滴剤、坐剤、経皮吸収剤、経粘膜吸収剤、点鼻剤、点耳剤、点眼剤、吸入剤などの非経口投与用の医薬組成物として投与することもできる。粉末の形態の医薬組成物として調製された製剤を用時に溶解して注射剤又は点滴剤として使用してもよい。医薬用組成物の製造には、固体又は液体の製剤用添加物を用いることができる。製剤用添加物は有機又は無機のいずれであってもよい。すなわち、経口用固形製

剤を製造する場合は、主薬に賦形剤、さらに必要に応じて結合剤、崩壊剤、滑沢 剤、着色剤、矯味矯臭剤などを加えた後、常法により錠剤、被覆錠剤、顆粒剤、 散剤、カプセル剤などの形態の製剤を調製することができる。用いられる賦形剤 としては、例えば、乳糖、蔗糖、白糖、ブドウ糖、コーンスターチ、デンプン、 タルク、ソルビット、結晶セルロース、デキストリン、カオリン、炭酸カルシウ ム、二酸化ケイ素などを挙げることができる。結合剤としては、例えば、ポリビ ニルアルコール、ポリビニルエーテル、エチルセルロース、メチルセルロース アラビアゴム、トラガント、ゼラチン、シェラック、ヒドロキシプロピルセルロ ース、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、クエン酸カルシウム、デキストリ ン、ペクチンなどを挙げることができる。滑沢剤としては、例えば、ステアリン 酸マグネシウム、タルク、ポリエチレングリコール、シリカ、硬化直物油などを 挙げることができる。着色剤としては、通常医薬品に添加することが許可されて いるものであればいずれも使用することができる。矯味矯臭剤としては、ココア 末、ハッカ脳、芳香酸、ハッカ油、龍脳、桂皮末などを使用することができる。 これらの錠剤、顆粒剤には、糖衣、ゼラチン衣、その他必要により適宜コーティ ングを付することができる。また、必要に応じて、防腐剤、抗酸化剤等を添加す ることができる。

経口投与のための液体製剤、例えば、乳剤、シロップ剤、懸濁剤、液剤の製造には、一般的に用いられる不活性な希釈剤、例えば水又は植物油を用いることができる。この製剤には、不活性な希釈剤以外に、補助剤、例えば湿潤剤、懸濁補助剤、甘味剤、芳香剤、着色剤又は保存剤を配合することができる。液体製剤を調製した後、ゼラチンのような吸収されうる物質のカプセル中に充填してもよい。非経口投与用の製剤、例えば注射剤又は坐剤等の製造に用いられる溶剤又は懸濁剤としては、例えば、水、プロピレングリコール、ポリエチレングリコール、ベンジルアルコール、オレイン酸エチル、レシチンを挙げることができる。坐剤の製造に用いられる基剤としては、例えば、カカオ脂、乳化カカオ脂、ラウリン脂、ウィテップゾールを挙げることができる。製剤の調製方法は特に限定されず、当

業界で汎用されている方法はいずれも利用可能である。

注射剤の形態にする場合には、担体として、例えば、水、エチルアルコール、マクロゴール、プロピレングリコール、クエン酸、酢酸、リン酸、乳酸、乳酸ナトリウム、硫酸及び水酸化ナトリウム等の希釈剤;クエン酸ナトリウム、酢酸ナトリウム及びリン酸ナトリウム等のpH 調整剤及び緩衝剤;ピロ亜硫酸ナトリウム、エチレンジアミン四酢酸、チオグリコール酸及びチオ乳酸等の安定化剤等が使用できる。なお、この場合、等張性の溶液を調製するために十分な量の食塩、ブドウ糖、マンニトール又はグリセリンを製剤中に配合してもよく、通常の溶解補助剤、無痛化剤又は局所麻酔剤等を使用することもできる。

軟膏剤、例えば、ペースト、クリーム及びゲルの形態にする場合には、通常使用される基剤、安定剤、湿潤剤及び保存剤等を必要に応じて配合することができ、常法により成分を混合して製剤化することができる。基剤としては、例えば、白色ワセリン、ポリエチレン、パラフィン、グリセリン、セルロース誘導体、ポリエチレングリコール、シリコン及びベントナイト等を使用することができる。保存剤としては、パラオキシ安息香酸メチル、パラオキシ安息香酸エチル、パラオキシ安息香酸プロピル等を使用することができる。貼付剤の形態にする場合には、通常の支持体に上記軟膏、クリーム、ゲル又はペースト等を常法により塗布することができる。支持体としては、綿、スフ及び化学繊維からなる織布又は不織布;軟質塩化ビニル、ポリエチレン及びポリウレタン等のフィルム又は発泡体シートを好適に使用できる。

本発明の医薬の投与量は特に限定されないが、経口投与の場合には、成人一日あたり有効成分である上記物質の重量として通常0.01~5,000mgである。この投与量を患者の年令、病態、症状に応じて適宜増減することが好ましい。前記一日量は一日に一回、又は適当な間隔をおいて一日に2~3回に分けて投与してもよいし、数日おきに間歇投与してもよい。注射剤として用いる場合には、成人一日あたり有効成分である上記物質の重量として0.001~100mg程度である。

## 実施例

- 1

以下、実施例により本発明をさらに具体的に説明するが、本発明の範囲は下記の 実施例に限定されることはない。実施例中、化合物番号は上記の表において示し た化合物の番号と対応させてある。また、本実施例中には、市販の試薬を購入し そのまま試験に供した化合物が含まれる。そのような化合物については、試薬の 販売元及びカタログに記載されているコード番号を示す。

例1:化合物番号1の化合物の製造

〇一アセチルサリチロイルクロリド(345mg, 1.7mmol)のベンゼン(10mL)溶液に、氷冷、アルゴン雰囲気下、3,5ービス(トリフルオロメチル)アニリン(500mg,2.2mmol)、ピリジン(0.5mL)を加え、室温で1時間攪拌した。反応混合物を2規定塩酸にあけ、酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を水、飽和食塩水で順次洗浄、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(nーヘキサン:酢酸エチル=3:1)で精製して、標題化合物の白色固体(570mg,84.2%)を得た。

mp 124-125°C.

<sup>1</sup>H-NMR (DMSO-d<sub>6</sub>):  $\delta$  2. 36 (3H, s), 7. 19 (1H, d d, J=8. 0, 1. 2Hz), 7. 39 (1H, t d, J=7. 6, 1. 2Hz), 7. 57 (1H, d d d, J=8. 0, 7. 6, 1. 6Hz), 7. 65 (1H, s), 7. 83 (1H, d d, J=8. 0, 1. 6Hz), 8. 11 (2H, s), 8. 31 (1H, s).

例2:化合物番号2の化合物の製造

2-アセトキシ-N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]ベンズアミド(化合物番号1;100mg,0.25mmol)のエタノール(5mL)溶液に、<math>2規定水酸化ナトリウム水溶液(0.5mL,1mmol)を加え、室温で1時間攪拌した。反応混合物を2規定塩酸にあけ、酢酸エチルで抽出した。

酢酸エチル層を水、飽和食塩水で順次洗浄、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒 を減圧留去して得られた残渣をn-ヘキサン/酢酸エチルから再結晶して、標題 化合物の白色固体(40mg, 45.1%)を得た。

mp 179-180°C.

<sup>1</sup>H-NMR (DMSO-d<sub>6</sub>):  $\delta$  6. 96-7. 02 (2H, m), 7. 45 (1H, ddd, J=8. 0, 7. 2, 1. 6Hz), 7. 81 (1H, s), 7. 87 (1H, dd, J=8. 0, 1. 6Hz), 8. 46 (2H, s), 10. 8 0 (1H, s), 11. 26 (1H, s).

例3:化合物番号3の化合物の製造

5-フルオロサリチル酸( $156\,\mathrm{mg}$ ,  $1\,\mathrm{mm}\,\mathrm{o}\,1$ )、3, 5-ビス(トリフルオロメチル)アニリン( $229\,\mathrm{mg}$ ,  $1\,\mathrm{mm}\,\mathrm{o}\,1$ )、三塩化リン( $44\,\mu\,\mathrm{L}$ ,  $0.5\,\mathrm{mm}\,\mathrm{o}\,1$ )、モノクロロベンゼン( $5\,\mathrm{mL}$ )の混合物を、アルゴン雰囲気下、 $3\,\mathrm{mm}\,\mathrm{o}\,1$ )、モノクロロベンゼン( $5\,\mathrm{mL}$ )の混合物を、アルゴン雰囲気下、 $3\,\mathrm{mm}\,\mathrm{o}\,1$ )、水、反応混合物を室温まで冷却後、酢酸エチル( $50\,\mathrm{mL}$ )で希釈し、水、飽和食塩水で順次洗浄、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー( $1\,\mathrm{mm}\,\mathrm{o}\,1$ )で精製して、標題化合物の白色固体( $1\,\mathrm{mm}\,\mathrm{o}\,1$ )で精製して、標題化合物の白色固体( $1\,\mathrm{mm}\,\mathrm{o}\,1$ )を得た。

<sup>1</sup>H-NMR (DMSO-d<sub>6</sub>):  $\delta$  7. 04 (1H, ddd, J=9.0, 4.5, 1.2Hz), 7. 30-7. 37 (1H, m), 7. 66 (1H, ddd, J=9.0, 3.3, 1.2Hz), 7. 84 (1H, s), 8. 46 (2H, s), 10. 85 (1H, s), 11. 21 (1H, brs).

以下の実施例において例3の方法が引用されている場合、酸ハロゲン化剤としては、三塩化リンを用いた。また、反応溶媒としては、モノクロロベンゼン、トルエン等の溶媒を用いた。

例4:化合物番号4の化合物の製造

原料として、5 ークロロサリチル酸、及び3, 5 ービス(トリフルオロメチル) アニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:85.5%

- !

<sup>1</sup>H-NMR (DMSO-d<sub>6</sub>):  $\delta$  7. 05 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 49 (1H, dd, J=8.7, 2.7Hz), 7. 85 (1H, s), 7. 87 (1H, d, J=2.7Hz), 8. 45 (2H, s), 10. 85 (1H, s), 11. 39 (1H, s).

例5:化合物番号5の化合物の製造

Nー[3,5ービス(トリフルオロメチル)フェニル]ー5ークロロー2ーヒドロキシベンズアミド(化合物番号4;1.51g,3mmol)、ピリジン(285mg,3.6mmol)のテトラヒドロフラン(6mL)溶液に、氷冷下、アセチルクロリド(234mg,3.3mmol)を加え、室温で1時間撹拌した。溶媒を減圧留去て得られた残渣に2規定塩酸を加え、酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を水、飽和食塩水で順次洗浄、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をn-ヘキサン/酢酸エチルから再結晶して、標題化合物の白色固体(1.06g,83.0%)を得た。

<sup>1</sup>H-NMR (DMSO-d<sub>6</sub>):  $\delta$  2. 22 (3H, s), 7. 35 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 71 (1H, dd, J=8. 7, 2. 7Hz), 7. 85 (1H, s), 7. 88 (1H, d, J=2. 7Hz), 8. 37 (2H, s), 1 1. 05 (1H, brs).

以下の実施例において例5の方法が引用されている場合、塩基としては、ピリジン、トリエチルアミン等の有機塩基を用いた。また、反応溶媒としては、ジクロロメタン、テトラヒドロフラン、ベンゼン等の溶媒を用いた。

例6:化合物番号6の化合物の製造

原料として、5-ブロモサリチル酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル) アニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:88.5%

 $^{1}$ H-NMR (DMSO-d<sub>6</sub>):  $\delta$  6. 98 (1H, d, J=8.8Hz), 7. 59 (1H, dd, J=8.8, 2.8Hz), 7. 83 (1H, s), 7. 98

(1 H, d, J = 2.8 Hz), 8.43 (2 H, s), 10.82 (1 H, s), 11.37 (1 H, s).

この化合物は、下記製造法によっても得ることができた。

2-reh++v-N-[3,5-red] (トリフルオロメチル)]ベンズアミド (化合物番号1;100mg,0.25mmol)の四塩化炭素(8mL)溶液に、鉄粉(30mg,0.54mmol)、臭素(0.02mL,0.39mmol)を添加し、次いで50℃で4時間攪拌した。反応混合物を室温まで冷却後、NaHSO4水にあけ、酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を水、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した。溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(n-n++v:酢酸エチル=4:1)で精製して、標題化合物の白色固体(600mg,54.9%)を得た。

例7:化合物番号7の化合物の製造

原料として、5-ヨードサリチル酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル) アニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:62.2%

<sup>1</sup>H-NMR (DMSO-d<sub>6</sub>):  $\delta$  6. 86 (1H, d, J=8.4Hz), 7. 74 (1H, dd, J=8.7, 2.4Hz), 7. 84 (1H, s), 8. 13 (1H, d, J=2.1Hz), 8. 84 (2H, s), 10. 82 (1H, s), 11. 41 (1H, s).

例8:化合物番号8の化合物の製造

原料として、5-ニトロサリチル酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル) アニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:57.2%

 $^{1}H-NMR$  (DMSO-d<sub>6</sub>):  $\delta$  7. 18 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 86 (1H, s), 8. 31 (1H, dd, J=9.0, 3.0Hz), 8. 45 (2H, s), 8. 70 (1H, d, J=3.0Hz), 11. 12 (1H, s).

例9:化合物番号9の化合物の製造

(1) 2ーベンジルオキシー5ーホルミル安息香酸ベンジルエステル 5ーホルミルサリチル酸(4.98g,30mmol)、ベンジルブロミド(15.39g,90mmol)、炭酸カリウム(16.59g,120mmol)、メチルエチルケトン(350mL)の混合物を8時間加熱還流した。冷却後、溶媒を減圧留去し、残渣に2規定塩酸を加え、酢酸エチルで抽出した。水、飽和食塩水で洗浄、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(nーヘキサン:酢酸エチル=3:1)で精製、イソプロピルエーテルで加熱還流下懸濁洗浄して、標題化合物の白色固体(5.98g,57.5%)を得た。

<sup>1</sup>H-NMR (CDCl<sub>3</sub>):  $\delta$  5. 27 (2H, s), 5. 37 (2H, s), 7. 15 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 26-7. 46 (10H, m), 7. 99 (1H, dd, J=9.0, 2.4Hz), 8. 36 (1H, d, J=2.4Hz), 9. 91 (1H, s).

(2) 2 - ベンジルオキシ-5-シアノ安息香酸ベンジルエステル

2-ベンジルオキシー5-ホルミル安息香酸ベンジルエステル(693 mg, 2 mm o l)、塩酸ヒドロキシルアミン(167 mg, 2.4 mm o l)、N-メチルピロリドン(3 mL)の混合物を115  $\mathbb C$  で 4 時間攪拌した。反応混合物を冷却後、2 規定塩酸(5 mL)、水(30 mL)を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を2 規定水酸化ナトリウム水溶液、水、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。溶媒を減圧留去して得られた残渣をイソプロピルエーテルで加熱還流下懸濁洗浄して、標題化合物の白色固体(527 mg, 76.7%)を得た。

<sup>1</sup>H-NMR (CDCl<sub>3</sub>):  $\delta$  5. 23 (2H, s), 5. 35 (2H, s), 7. 08 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 33-7, 43 (10H, m), 7. 70 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 8. 13 (1H, d, J=2. 4Hz).

(3) 5 - シアノサリチル酸

2-ベンジルオキシ-5-シアノ安息香酸ベンジルエステル( $446\,\mathrm{mg}$ , 1.3 $\,\mathrm{mmol}$ ), 5%パラジウム-炭素( $45\,\mathrm{mg}$ )にエタノール( $10\,\mathrm{mL}$ )、テトラヒドロフラン( $10\,\mathrm{mL}$ )を加え、室温で2時間水素添加した。不溶物を濾別後、溶媒を減圧留去して、標題化合物の白色固体( $212\,\mathrm{mg}$ , 100.0%)を得た。

 $^{1}H-NMR (DMSO-d_{6}): \delta$  7. 02 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 82 (1H, dd, J=8.7, 2.4Hz), 8. 12 (1H, d, J=2.1Hz).

(4) N-[3, 5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-5-シアノ-2-ヒドロキシベンズアミド(化合物番号9)

原料として、5-シアノサリチル酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル) アニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:16.6%

<sup>1</sup>H-NMR (DMSO-d<sub>6</sub>):  $\delta$  7. 15 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 85 (1H, s), 7. 86 (1H, dd, J=8.7, 2.1Hz), 8. 22 (1H, d, J=2.4Hz), 8. 43 (2H, s), 10. 93 (1H, s), 12. 00 (1H, brs).

例10:化合物番号10の化合物の製造

原料として、5-メチルサリチル酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル) アニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:54.9%

<sup>1</sup>H-NMR (DMSO-d<sub>6</sub>):  $\delta$  6. 92 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 28 (1H, dd, J=8.7, 1.8Hz), 7. 71 (1H, d, J=1.8Hz), 7. 82 (1H, s), 8. 47 (2H, s), 10. 80 (1H, s), 11. 14 (1H, s).

例11:化合物番号11の化合物の製造

(1) 5- [(1, 1-ジメチル) エチル] サリチル酸

5-[(1,1-ジメチル) エチル] -2-ヒドロキシベンズアルデヒド(2.15g,12.1mmol)の1,4-ジオキサン(100mL)、水(40mL)溶液に、スルファミン酸(1.76g,18.1mmol)、リン酸ーナトリウム(7.33g,47mmol)を加えた。この混合物に、氷冷下、亜塩素酸ナトリウム(1.76g,15.5mmol)の水溶液(10mL)を滴下し、1時間攪拌した。次いでこの混合物に、亜硫酸ナトリウム(1.80g,14.3mmol)を加え、30分間攪拌した。反応混合物に濃塩酸を加えpHを1とした。1,4-ジオキサンを減圧留去して得られた残渣を酢酸エチルで抽出した。有機層を水、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。溶媒を減圧留去して得られた残渣をn-ヘキサンで懸濁洗浄して、標題化合物の白色粉末(1.81g,77.4%)を得た。

 $^{1}H-NMR (DMSO-d_{6}): \delta$  1. 26 (9H, s), 6. 90 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 58 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 7. 75 (1H, d, J=2. 4Hz), 11. 07 (1H, brs).

(2) N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-5-[(1,1-ジメチル)エチル]-2-ヒドロキシベンズアミド(化合物番号11)原料として、5-[(1,1-ジメチル)エチル]サリチル酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:53.8%

<sup>1</sup>H-NMR (DMSO-d<sub>6</sub>):  $\delta$  1. 30 (9H, s), 6. 96 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 50 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 7. 82 (1H, d, J=2. 4Hz), 7. 83 (1H, s), 8. 46 (2H, s), 10. 80 (1H, s) 11. 12 (1H, s).

例12:化合物番号12の化合物の製造

(1) 5-アセチル-2-ベンジルオキシ安息香酸 メチルエステル 5-アセチルサリチル酸 メチルエステル (13.59g,70mmol)、ベン

ジルブロミド (17.96g,105mmol)、炭酸カリウム (19.35g,140mmol)、メチルエチルケトン (350mL)の混合物を8時間加熱還流した。反応混合物を室温まで冷却後、溶媒を減圧留去して得られた残渣に2規定塩酸を加え、酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を水、飽和食塩水で順次洗浄、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をイソプロピルエーテルから再結晶して、標題化合物の白色固体 (14.20g,71.4%)を得た。

<sup>1</sup>H-NMR (CDCl<sub>3</sub>):  $\delta$  2. 58 (3H, s), 3. 93 (3H, s), 5. 27 (2H, s), 7. 07 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 26-7. 43 (3H, m), 7. 47-7. 50 (2H, m), 8. 07 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 8. 44 (1H, d, J=2. 4Hz).

(2) 5-アセチル-2-ベンジルオキシ安息香酸

5-アセチルー2ーベンジルオキシ安息香酸 メチルエステル (5.69g,20mmol)のメタノール/テトラヒドロフラン (20mL+20mL)混合溶液に、2規定水酸化ナトリウム (11mL)を加え、8時間撹拌した。溶媒を減圧留去して得られた残渣に2規定塩酸を加え、ジクロロメタンで抽出した。ジクロロメタン層を水、飽和食塩水で順次洗浄、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をイソプロピルエーテルで洗浄して、標題化合物の白色固体 (4.92g,91.0%)を得た。

<sup>1</sup>H-NMR (DMSO-d<sub>6</sub>):  $\delta$  2. 55 (3H, s), 5. 32 (2H, s), 7. 30-7. 43 (4H, m), 7. 49-7. 52 (2H, m), 8. 09 (1 H, dd, J=9. 0, 2. 7Hz), 8. 22 (1H, d, J=2. 4Hz).

(3)  $5 - \text{P} + \text{P} + \text{P} - 2 - \text{V} + \text{V} + \text{V} - \text{N} - [3, 5 - \text{E} \times \text{V} + \text{V} +$ 

5-アセチル-2-ベンジルオキシ安息香酸 (4.87g,18mmol)、3,5-ビス(トリフルオロメチル)アニリン (4.54g,19.8mmol)、ピリジン (5.70g,72mmol) のテトラヒドロフラン/ジクロルメタン (7

2mL+36mL) 混合溶液に、氷冷下、オキシ塩化リン(1.85mL, 19.8mm o l)を加え、次いで室温で12時間攪拌した。溶媒を減圧留去して得られた残渣に1規定塩酸(100mL)を加え、酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を水、飽和食塩水で順次洗浄、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(n-n+1) で精製して、標題化合物の微黄緑色固体(5.47 g, 63.1%)を得た。

<sup>1</sup>H-NMR (DMSO-d<sub>6</sub>):  $\delta$  2. 57 (3H, s), 7. 11 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 86 (1H, s), 8. 05 (1H, dd, J=8. 4, 2. 1Hz), 8. 44 (1H, d, J=2. 1Hz), 8. 47 (2H, s), 10. 96 (1H, s), 11. 97 (1H, brs).

以下の実施例において例12(3)の製造法が引用されている場合、酸ハロゲン 化剤としては、オキシ塩化リンを用いた。塩基としては、ピリジンを用いた。また、反応溶媒としては、ジクロロメタン、テトラヒドロフラン等の溶媒を単独若 しくは混合して用いた。

(4) 5ーアセチルーNー[3, 5ービス(トリフルオロメチル)フェニル]ー2ーヒドロキシベンズアミド(化合物番号12)

5-アセチルー 2-ベンジルオキシーN-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]ベンズアミド(602mg,1.25mmol)、5%パラジウム炭素(<math>60mg)にエタノール(6mL)、テトラヒドロフラン(72mL)を加え、水素雰囲気下、室温で30分間攪拌した。不溶物を濾別後、溶媒を減圧留去して得られた残渣を<math>n-ヘキサン/酢酸エチルから再結晶して、標題化合物の白色固体(230mg,47.0%)を得た。

<sup>1</sup>H-NMR (DMSO-d<sub>6</sub>):  $\delta$  22225 59 (3H, s), 5. 35 (2H, s), 7. 32-7. 36 (3H, m), 7. 43 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 52-7. 55 (2H, m), 7. 82 (1H, s), 8. 16 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 8. 25 (1H, d, J=2. 4Hz), 8. 31 (2

H, s), 10.89 (1H, s).

例13:化合物番号13の化合物の製造

5ーアセチルーNー[3,5ービス(トリフルオロメチル)フェニル]ー2ーヒドロキシベンズアミド(化合物番号12;50.5mg,0.13mmol)のエタノール(2mL)懸濁液に、水素化ホウ素ナトリウム(23.6mg,0.62mmol)を加え、室温で12時間攪拌した。反応混合物を希塩酸にあけ、酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を水、飽和食塩水で洗浄、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をイソプロピルエーテル/nーヘキサンで懸濁洗浄して、標題化合物の白色粉末(39.7mg,78.3%)を得た。

<sup>1</sup>H-NMR (DMSO-d<sub>6</sub>):  $\delta$  1. 34 (3H, d, J=6.3Hz), 4. 71 (1H, q, J=6.3Hz), 5. 18 (1H, brs), 6. 97 (1H, d, J=8.4Hz), 7. 44 (1H, dd, J=8.4, 2.1Hz), 7. 84 (1H, s), 7. 86 (1H, d, J=2.1Hz), 8. 48 (2H, s), 10. 85 (1H, s), 11. 32 (1H, s).

例14:化合物番号14の化合物の製造

 $5-アセチル-N-[3, 5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-2-ヒドロキシベンズアミド(化合物番号12;100.0mg,0.26mmol)のエタノール(3mL)溶液に、ピリジン(<math>45\mu$ L,0.56mmol)、Oーメチルヒドロキシルアミン塩酸塩(25.8mg,0.31mmol)を加え、1時間加熱還流した。反応混合物を室温まで冷却後、希塩酸にあけ、酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を水、飽和食塩水で洗浄、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(n-n+1)・酢酸エチル=4:1)で精製して、標題化合物の白色結晶(102.1mg,95.3%)を得た。

<sup>1</sup>H-NMR (DMSO-d<sub>6</sub>):  $\delta$  2. 19 (3H, s), 3. 91 (3H, s), 7. 05 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 77 (1H, dd, J=8. 7, 2.

4 Hz), 7. 85 (1 H, s), 8. 09 (1 H, d, J=2. 4 Hz), 8. 4 7 (2 H, s), 10. 87 (1 H, s), 11. 48 (1 H, s).

例15:化合物番号15の化合物の製造

原料として、5-アセチル-N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-2-ヒドロキシベンズアミド(化合物番号12)、及び<math>O-ベンジルヒドロキシルアミン塩酸塩を用いて例14と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:79.9%

<sup>1</sup>H-NMR (DMSO-d<sub>6</sub>):  $\delta$  2. 24 (3H, s), 5. 20 (2H, s), 7. 04 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 29-7. 47 (5H, m), 7. 76 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 7. 85 (1H, s), 8. 07 (1H, d, J=2. 1Hz), 8. 46 (2H, s), 10. 87 (1H, s), 11. 47 (1H, s).

例16:化合物番号16の化合物の製造

(1) 5-(2, 2-ジシアノエテン-1-イル) -2-ヒドロキシ安息香酸マロノニトリル(132mg, 2mmol)のエタノール(6mL)溶液に、5-ホルミルサリチル酸(332mg, 2mmol)を加え、氷冷下、ベンジルアミン(0.1mL)を加え、室温で2時間攪拌した。析出した黄色結晶を濾取、エタノールから再結晶して、標題化合物の淡黄色固体(139.9mg, 32.7%)を得た。

<sup>1</sup>H-NMR (DMSO-d<sub>6</sub>):  $\delta$  7. 12 (1H, d, J=8. 7Hz), 8. 09 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 8. 41 (1H, s), 8. 50 (1H, d, J=2. 4Hz).

(2) N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-5-(2,2-ジシアノエテン-1-イル)-2-ヒドロキシベンズアミド(化合物番号16)原料として、5-(2,2-ジシアノエテン-1-イル)-2-ヒドロキシ安息香酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 9.1%

<sup>1</sup>H-NMR (DMSO-d<sub>6</sub>):  $\delta$  7. 13 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 83 (1H, s), 8. 04 (1H, dd, J=9.0, 2.4Hz), 8. 36 (1H, s), 8. 38 (1H, d, J=2.4Hz), 8. 43 (2H, s), 1 1. 43 (1H, s).

例17:化合物番号17の化合物の製造

(1) 5 - [(2-シアノ-2-メトキシカルボニル) エテン-1-イル] -2-ヒドロキシ安息香酸

5-ホルミルサリチル酸(332mg,2mmol)、シアノ酢酸メチルエステル(198mg,2mmol)、酢酸(<math>6mL)、トリエチルアミン(0.2ml)の混合物を5時間加熱還流した。反応混合物を室温まで冷却後、水にあけ、析出した結晶を濾取、n-ヘキサンから再結晶して、標題化合物の淡黄色固体(327.7mg, 66.3%)を得た。

 $^{1}H-NMR$  (DMSO- $d_{6}$ ):  $\delta$  3. 85 (3H, s), 7. 15 (1H, d, J=8. 7Hz), 8. 20 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 8. 37 (1H, s), 8. 66 (1H, d, J=2. 4Hz).

(2)  $3-({N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル] カルバモイル} -4-ヒドロキシフェニル) <math>-2-シアノアクリル酸 メチルエステル(化合物番号17)$ 

原料として、5- [(2-シアノ-2-メトキシカルボニル) エテン-1-イル] -2-ヒドロキシ安息香酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル) アニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た

収率 66.3%

 $^{1}H-NMR$  (DMSO-d<sub>6</sub>):  $\delta$  3. 85 (3H, s), 7. 19 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 85 (1H, s), 8. 20 (1H, dd, J=8. 7, 2. 1Hz), 8. 33 (1H, s), 8. 45 (2H, s), 8. 50 (1H, d, J=2. 1Hz), 11. 00 (1H, s), 11. 03 (1H, s).

例18:化合物番号18の化合物の製造

 $3-(\{N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]カルバモイル\}-4-ビドロキシフェニル)-2-シアノアクリル酸 メチルエステル(化合物番号17;50mg,0.11mmol)のエダノール(5mL)溶液に、2規定水酸化ナトリウム(0.11ml,0.22mmol)を加え、室温で3時間攪拌した。反応混合物を希塩酸にあけ、酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を飽和食塩水で洗浄、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣を酢酸エチルから再結晶して、標題化合物の淡黄色固体(13.5mg,30.4%)を得た。$ 

<sup>1</sup>H-NMR (DMSO-d<sub>6</sub>):  $\delta$  7. 12 (1H, d, J=8.4Hz), 7. 84 (1H, s), 7. 94 (1H, dd, J=8.4, 2.1Hz), 8. 38 (1H, d, J=2.1Hz), 8. 45 (2H, s), 9. 87 (1H, s), 1 1. 41 (1H, s).

例19:化合物番号19の化合物の製造

N-[3, 5-ビス (トリフルオロメチル) フェニル] -2-ヒドロキシー5-ヨードベンズアミド (化合物番号7;475mg,1mmol)、スチレン (130mg,1.25mmol)、酢酸パラジウム (4.5mg,0.02mmol)、トリス (オルトートリル) ホスフィン (12.2mg,0.04mmol)、ジイソプロピルアミン (388mg,3mmol)、N,Nージメチルホルムアミド (2mL) の混合物を8時間加熱還流した。反応混合物を室温まで冷却後、水を加え酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を水、飽和食塩水で順次洗浄、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (nーヘキサン:イソプロピルエーテル=2:1→1:1) で精製して、標題化合物の淡黄色固体 (173mg,38.3%) を得た。

<sup>1</sup>H-NMR (DMSO-d<sub>6</sub>):  $\delta$  7. 04 (1H, d, J=8.4Hz), 7. 20-7. 29 (3H, m), 7. 38 (2H, t, J=7.5Hz), 7. 59 (2H, d, J=7.5Hz), 7. 72 (1H, dd, J=8.4, 2.1Hz),

7. 86 (1H, s), 8. 07 (1H, d, J=2. 1Hz), 8. 49 (2H, s), 10. 89 (1H, s), 11. 33 (1H, brs).

例20:化合物番号20の化合物の製造

N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-2-ヒドロキシー5-ヨードベンズアミド(化合物番号7;950mg,2mmol)、トリメチルシリルアセチレン(246mg,2.5mmol)、トリエチルアミン(2mL)のN,Nージメチルホルムアミド(4mL)溶液に、アルゴン雰囲気下、テトラキス(トリフェニルホスフィン)パラジウム(23mg,0.02mmol)、沃化第一銅(4mg,0.02mmol)を加え、40℃で2時間攪拌した。反応混合物を室温まで冷却後、酢酸エチル(100mL)及び1規定クエン酸(100mL)にあけて攪拌し、次いでセライト濾過した。酢酸エチル層を水、飽和食塩水で順次洗浄、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(nーへキサン:酢酸エチル=19:1)で精製、nーへキサンで結晶化して、標題化合物の白色結晶(286mg,32.1%)を得た。

 $^{1}H-NMR$  (DMSO-d<sub>6</sub>):  $\delta$  0. 23 (9H, s), 7. 00 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 54 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 7. 85 (1H, s), 7. 98 (1H, d, J=2. 1Hz), 8. 46 (2H, s), 10. 86 (1H, s), 11. 69 (1H, s).

例21:化合物番号21の化合物の製造

N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-2-ヒドロキシ-5-[(トリメチルシリル)エチニル]ベンズアミド(化合物番号20;233mg.0.5mmol)のメタノール(1mL)溶液に、2規定水酸化ナトリウム(1mL)を加え、室温で1時間攪拌した。反応混合物を2規定塩酸にあけ、酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を水、飽和食塩水で順次洗浄、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をエタノール/水から再結晶して、標題化合物の灰白色結晶(67mg,35.9%)を得た。

 $^{1}H-NMR$  (DMSO-d<sub>6</sub>):  $\delta$  4. 11 (1H, s), 7. 02 (1H, d, J=8. 4Hz), 7. 55 (1H, dd, J=8. 4, 2. 1Hz), 7. 85 (1H, s), 7. 98 (1H, d, J=2. 1Hz), 8. 46 (2H, s), 8. 46 (2H, s), 10. 86 (1H, s), 11. 62 (1H, s).

例22:化合物番号22の化合物の製造

原料として、N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-2-ヒドロキシ-5-ヨードベンズアミド(化合物番号7)、及びフェニルアセチレンを用いて例20と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:40.8%

<sup>1</sup>H-NMR (DMSO-d<sub>6</sub>):  $\delta$  7. 06 (1H, d, J=8.4Hz), 7. 42-7. 46 (3H, m), 7. 53-7. 57 (2H, m), 7. 64 (1H, dd, J=8.7, 2.1Hz), 7. 86 (1H, s), 8. 06 (1H, d, J=2.1Hz), 8. 48 (2H, s), 10. 94 (1H, s), 11. 64 (1H, brs).

例23:化合物番号23の化合物の製造

N-[3, 5-ビス (トリフルオロメチル) フェニル] -2-ヒドロキシ-5- ヨードベンズアミド (化合物番号7;200mg,0.42mmol)の1,2 ージメトキシエタン (3mL) 溶液に、アルゴン雰囲気下、テトラキス (トリフェニルホスフィン) パラジウム (16mg,0.0014mmol)を添加し、室温で5分間攪拌した。次いでジヒドロキシフェニルボラン (57mg,0.47mmol)、1mol/L炭酸ナトリウム水溶液 (1.3mL)を加え、2時間加熱還流した。反応混合物を室温まで冷却後、希塩酸にあけ、酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を水、飽和食塩水で順次洗浄、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (n- ヘキサン:酢酸エチル=6:1→3:1)で精製して、標題化合物の白色結晶 (109mg,61.1%)を得た。

 $^{1}H-NMR (DMSO-d_{6}): \delta$  7. 12 (1H, d, J=8.7Hz), 7.

33-7. 38 (1H, m), 7. 48 (2H, t, J=7. 5Hz), 7. 67
-7. 70 (2H, m), 7. 79 (1H, dd, J=8. 4, 2. 4Hz), 7.
87 (1H, s), 8. 17 (1H, d, J=2. 4Hz), 8. 49 (2H, s),
10. 92 (1H, s), 11. 41 (1H, s).

例24:化合物番号24の化合物の製造

原料として、N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-2-ヒドロキシ-5-(フェニルエチニル)ベンズアミド(化合物番号22)を用いて例<math>12(4)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:86.2%

 $^{1}H-NMR$  (DMSO-d<sub>6</sub>):  $\delta$  2. 88 (4H, s), 6. 93 (1H, d, J=8. 1Hz), 7. 15-7. 34 (6H, m), 7. 76 (1H, d, J=2. 4Hz), 7. 84 (1H, s), 8. 47 (2H, s), 10. 79 (1H, s), 11. 15 (1H, s).

例25:化合物番号25の化合物の製造

原料として、2-ヒドロキシ-5-(トリフルオロメチル)安息香酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:44.7%

 $^{1}H-NMR$  (CDCl<sub>3</sub>):  $\delta$  7. 17 (1H, d, J=9.0Hz) 7. 7 2-7. 75 (2H, m), 7. 86 (1H, s), 8. 17 (2H, s), 8. 3 5 (1H, s) 11. 88 (1H, s).

[2-ヒドロキシー5-(トリフルオロメチル)安息香酸:「ケミカル・アンド・ファーマシューティカル・ブレティン (Chemical & Pharmaceutical Bulletin)」,1996年,第44巻,第4号,p. 734-745参照]

例26:化合物番号26の化合物の製造

原料として、2-ヒドロキシ-5-(ペンタフルオロエチル)安息香酸、及び3, 5-ビス(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標

題化合物を得た。

収率:65.7%

<sup>1</sup>H-NMR (CDCl<sub>3</sub>): δ 7. 19 (1H, d, J=9.0Hz) 7. 7 0 (1H, dd, J=8.7, 2.1Hz), 7. 81 (1H, d, J=2.1 Hz), 8. 17 (2H, s), 8. 37 (1H, s), 11. 92 (1H, s). [2-ヒドロキシー5-(ペンタフルオロエチル) 安息香酸: 「ケミカル・アンド・ファーマシューティカル・ブレティン (Chemical & Pharmaceutical Bulletin)」, 1996年、第44巻、第4号、p. 734-745参照]

例27:化合物番号27の化合物の製造

原料として、2-ヒドロキシ-5-(ピロール-1-イル)安息香酸、及び3, 5-ビス(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標 題化合物を得た。

収率:57.8%

 $^{1}H-NMR$  (DMSO-d<sub>6</sub>):  $\delta$  6. 27 (2H, dd, J=2. 4, 1. 8Hz), 7. 10 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 29 (2H, dd, J=2. 4, 1. 8Hz), 7. 66 (1H, dd, J=9. 0, 2. 7Hz), 7. 86 (1H, s), 7. 98 (1H, d, J=2. 4Hz), 8. 47 (2H, s), 10. 89 (1H, s), 11. 24 (1H, s).

例28:化合物番号28の化合物の製造

原料として、N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-2-ヒドロキシ-5-ヨードベンズアミド(化合物番号7)、及び2-チオフェンボロン酸を用いて例23と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:44.4%

 $^{1}H-NMR$  (DMSO-d<sub>6</sub>):  $\delta$  7. 08 (1H, d, J=8. 4Hz), 7. 14 (1H, dd, J=5. 4, 3. 6Hz), 7. 45 (1H, dd, J=3. 6, 1. 2Hz), 7. 51 (1H, dd, J=5. 1, 0. 9Hz), 7. 75 (1H, dd, J=8. 4, 2. 4Hz), 7. 59 (1H, s), 8. 08 (1

H, d, J = 2.4 Hz), 8. 48 (2H, s), 10. 91 (1H, s), 11. 38 (1H, s).

例29:化合物番号29の化合物の製造

原料として、N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-2-ヒドロキシ-5-ヨードベンズアミド(化合物番号7)、及び3-チオフェンボロン酸を用いて例23と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:38.7%

<sup>1</sup>H-NMR (DMSO-d<sub>6</sub>):  $\delta$  7. 06 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 57 (1H, dd, J=4. 8, 1. 5Hz), 7. 66 (1H, dd, J=4. 8, 3. 0Hz), 7. 81-7. 84 (2H, m), 7. 86 (1H, s), 8. 18 (1H, d, J=2. 1Hz), 8. 49 (2H, s), 10. 90 (1H, s), 11. 33 (1H, s).

例30:化合物番号30の化合物の製造

(1) 2-ベンジルオキシー5- (2-プロモアセチル) -N- [3, 5-ビス (トリフルオロメチル) フェニル] ベンズアミド

5ーアセチルー2ーベンジルオキシーNー[3,5ービス(トリフルオロメチル)フェニル]ベンズアミド(例12(3)の化合物;4.81g,10mmol)のテトラヒドロフラン(30ml)溶液に、フェニルトリメチルアンモニウムトリブロミド(3.75g,10mmol)を加え、室温で12時間攪拌した。反応混合物を水にあけ、酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を亜硫酸水素ナトリウム水溶液、水、飽和食塩水で順次洗浄、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(nーヘキサン:酢酸エチル=4:1)で精製、酢酸エチル/nーヘキサンから再結晶して、標題化合物の白色固体(2.39g,42.7%)を得た。

<sup>1</sup>H-NMR (DMSO-d<sub>6</sub>):  $\delta$  4. 91 (2H, s), 5. 36 (2H, s), 7. 32-7. 35 (3H, m), 7. 47 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 52-7. 56 (2H, m), 7. 82 (1H, s), 8. 21 (1H, dd, J

= 8. 7, 2. 4 Hz), 8. 29 (1 H, d, J = 2. 4 Hz), 8. 31 (2 H, s), 10. 91 (1 H, s).

(2) 2ーベンジルオキシーNー[3, 5ービス(トリフルオロメチル)フェニル]-5-(2ーメチルチアゾール4ーイル)ベンズアミド
 2ーベンジルオキシー5-(2ーブロモアセチル)-N-[3, 5ービス(トリフルオロメチル)フェニル]ベンズアミド(280mg, 0.5mmol)、チオアセタミド(41mg, 0.55mmol)、炭酸水素ナトリウム(50mg, 0.60mmol)、エタノール(15mL)の混合物を1時間加熱還流した。反応混

合物を室温まで冷却後、水にあけ、炭酸水素ナトリウムで中和、酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を水、飽和食塩水で順次洗浄、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(n-ヘキサン:酢酸エチル=4:1)で精製して、標題化合物の白色固体(1

81mg, 67. 5%) を得た。

<sup>1</sup>H-NMR (DMSO-d<sub>6</sub>):  $\delta$  2. 72 (3H, s), 5. 29 (2H, s), 7. 33-7. 36 (3H, m), 7. 40 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 54-7. 57 (2H, m), 7. 81 (1H, s), 7. 94 (1H, s), 8. 12 (1H, dd, J=8. 7, 2. 1Hz), 8. 27 (1H, d, J=2. 1Hz), 8. 31 (2H, s), 10. 86 (1H, s).

(3) N-[3, 5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-2-ヒドロキシー5-(2-メチルチアゾール4-イル)ベンズアミド(化合物番号30)2-ベンジルオキシーN-[3, 5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]ー5-(2-メチルチアゾール4-イル)ベンズアミド(160mg, 0.3mmol)、10%パラジウムー炭素(240mg)にエタノール(10ml)を加え、水素雰囲気下、3.5時間攪拌した。反応混合物を濾過し、溶媒を減圧留去して、標題化合物の白色固体(103.4mg, 79.2%)を得た。

 $^{1}H-NMR (DMSO-d_{6}): \delta$  2. 72 (3H, s), 7. 08 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 83 (1H, s), 7. 85 (1H, s), 8. 01 (1H,

dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 8. 42 (1H, d, J=2. 1Hz), 8. 50 (2H, s), 10. 96 (1H, s), 11. 40 (1H, s).

例31:化合物番号31の化合物の製造

2ーベンジルオキシー5ー(2ープロモアセチル)ーNー [3, 5ービス(トリフルオロメチル)フェニル]ベンズアミド(例12(3)の化合物;280mg,0.5mmol)、2ーアミノピリジン(51.8mg,0.55mmol)、炭酸水素ナトリウム(50mg,0.6mmol)、エタノール(10mL)の混合物を2時間加熱環流した。反応混合物を室温まで冷却後、炭酸水素ナトリウム水溶液にあけ、酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を水、飽和食塩水で順次洗浄、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(nーヘキサン:酢酸エチル=1:2)で精製して、白色固体(130.3mg)を得た。次いでこの固体(108mg,0.19mmol)と10%パラジウムー炭素(11mg)、エタノール(8mL)、酢酸エチル(8mL)の混合物を、水素雰囲気下、7時間攪拌した。反応混合物を濾過し、溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(nーヘキサン:酢酸エチル=1:3)で精製して、標題化合物の白色固体(18.3mg,20.2%)を得た。

<sup>1</sup>H-NMR (DMSO-d<sub>6</sub>):  $\delta$  6. 90 (1H, dt, J=6. 6, 0. 9Hz), 7. 10 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 25 (1H, m), 7. 5 7 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 86 (1H, s), 8. 04 (1H, dd, J=8. 7, 2. 1Hz), 8. 35 (1H, s), 8. 48-8. 56 (4H, m), 11. 00 (1H, s), 11. 41 (1H, s).

例32:化合物番号32の化合物の製造

(1) N-[3, 5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-5-ヨード-2 -メトキシメトキシベンズアミド

N-[3, 5-ビス (トリフルオロメチル) フェニル] -2-ヒドロキシ-5- ョードベンズアミド (化合物番号7; 4.75g,  $10 \, \text{mmol}$ )、クロロメチル

メチルエーテル(1.14 m l, 15 m m o l)、炭酸カリウム(2.76 g, 20 m m o l)、アセトン(50 m L)の混合物を8時間加熱還流した。反応混合物を室温まで冷却後、希塩酸にあけ、酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を水、飽和食塩水で順次洗浄、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー( $n-{\wedge}$ +サン:酢酸エチル=3:1)で精製、 $n-{\wedge}$ +サン/酢酸エチルから再結晶して、標題化合物の白色固体(3.96 g, 76.3%)を得た。

<sup>1</sup>H-NMR (DMSO-d<sub>6</sub>):  $\delta$  3. 38 (3H, s), 5. 28 (2H, s), 7. 12 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 81 (1H, s), 7. 82 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 7. 88 (1H, d, J=2. 4Hz), 8. 40 (2H, s), 10. 87 (1H, s).

(2) N-[3, 5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル] -2-メトキシメトキシ-5-(ピリジン-2-イル)ベンズアミド

N-[3, 5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル] -5-ヨード-2-メトキシメトキシベンズアミド(0.20g,0.39mmol)のN,N-ジメチルホルムアミド(8ml)溶液に、トリーn-ブチル(2-ピリジル)スズ(0.13ml,0.41mmol)、ジクロロビス(トリフェニルホスフィン)パラジウム(32.1mg、0.05mmol)を加え、100℃で1.5時間攪拌した。反応混合物を室温まで冷却後、水にあけ、酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を水、飽和食塩水で順次洗浄、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(n-ヘキサン:酢酸エチル=2:1→1:1)で精製して、標題化合物の白色粉末(37.9mg,20.8%)を得た。

<sup>1</sup>H-NMR (CDCl<sub>3</sub>):  $\delta$  3. 64 (3H, s), 5. 53 (2H, s), 7. 23-7. 28 (1H, m), 7. 36 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 65 (1H, s), 7. 77-7. 84 (2H, m), 8. 20 (2H, s), 8. 31 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 8. 68-8. 70 (1H, m),

8. 83 (1H, d, J = 2. 4Hz), 10. 12 (1H, s).

(3) N-[3, 5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-2-ヒドロキシ-5-(ピリジン-2-イル)ベンズアミド(化合物番号32)

N-[3, 5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-2-メトキシメトキシー5-(ピリジンー2ーイル)ベンズアミド(37.9mg,0.08mmo1)にメタノール(3m1)、濃塩酸(0.5m1)を加え、2時間加熱還流した。反応混合物を室温まで冷却後、飽和炭酸水素ナトリウム水溶液にあけ、酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を水、飽和食塩水で順次洗浄、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(n-ヘキサン:酢酸エチル=2:1)で精製して、標題化合物の白色粉末(16.2mg,47.2%)を得た。

<sup>1</sup>H-NMR (DMSO-d<sub>6</sub>):  $\delta$  7. 13 (1H, d, J=8.4Hz), 7. 33 (1H, ddd, J=7.5, 6.3, 1.2Hz), 7.86-7.91 (2 H, m), 7.97 (1H, d, J=7.8Hz), 8.20 (1H, dd, J=8.7, 2.1Hz), 8.50 (2H, s), 8.59 (1H, d, J=2.4Hz), 8.64-8.66 (1H, m), 10.97 (1H, s), 11.53 (1H, s).

例33:化合物番号33の化合物の製造

原料として、5-メトキシサリチル酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル) アニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:56.8%

<sup>1</sup>H-NMR (DMSO-d<sub>6</sub>):  $\delta$  3. 77 (3H, s), 6. 97 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 10 (1H, dd, J=9. 0, 3. 0Hz), 7. 43 (1H, d, J=3. 0Hz), 7. 84 (1H, s), 8. 47 (2H, s), 10. 84 (1H, s), 10. 91 (1H, s).

例34:化合物番号34の化合物の製造

(1) 5-アセチル-2-メトキシ安息香酸 メチルエステル

5-アセチルサリチル酸 メチルエステル (5.00g, 25.7 mmol)、炭酸カリウム (7.10g, 51.4 mmol)、N, N-ジメチルホルムアミド (25 mL) の混合物に、氷冷下、沃化メチル (2.5 mL、40.1 mmol)を加え、室温で3時間攪拌した。反応混合物を水にあけ、塩酸で中和、酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を水、飽和食塩水で順次洗浄、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣を懸濁洗浄 (イソプロピルエーテル/n-ヘキサン)して、標題化合物の白色結晶 (5.17g, 96.5%)を得た。

1H-NMR (CDCl<sub>3</sub>):δ 2.59 (3H, s), 3.92 (3H, s), 3.99 (3H, s), 7.04 (1H, d, J=8.7Hz), 8.12 (1H, dd, J=8.7, 2.4Hz), 8.41 (1H, d, J=2.4Hz).

(2) 5-イソブチリル-2-メトキシ安息香酸 メチルエステル

5-アセチルー2-メトキシ安息香酸 メチルエステル(0.50g, 2.40mmol)、tert-ブトキシカリウム(0.81g, 7.22mmol)、テトラヒドロフラン(10mL)の混合物に、氷冷下、沃化メチル(0.5mL、8.03mmol)を加え、室温で1時間攪拌した。反応混合物を水にあけ、塩酸で中和、酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を水、飽和食塩水で順次洗浄、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(n-ヘキサン:酢酸エチル= $3:1\rightarrow2:1$ )で精製して、標題化合物の薄黄色オイル(143.1mg, 25.2%)を得た。 $^1$ H-NMR( $CDCl_3$ ): $\delta$ 1.22(6H, d, J=6.9Hz), 3.52(1H, m), 3.92(3H, s), 3.98(3H, s), 7.05(1H, d, J=8.7Hz), 8.13(1H, dd, J=8.7, 2.4Hz), 8.42(1H, d, J=2.4Hz).

(3) 5-イソブチリル-2-メトキシ安息香酸

5-イソブチリルー 2-メトキシ安息香酸 メチルエステル(143.1mg, 0.60mmo1)のメタノール(5mL)溶液に、2規定水酸化ナトリウム溶液(1mL)を加え、1時間加熱還流した。反応混合物を室温まで冷却後、2規

定塩酸にあけ、酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を水、飽和食塩水で順次洗 浄、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して、標題化合物の白色結晶 (134mg, 定量的)を得た。

<sup>1</sup>H-NMR (CDCI<sub>3</sub>):  $\delta$  1. 22 (6H, d, J=6. 9Hz), 3. 5 9 (1H, m), 4. 15 (3H, s), 7. 16 (1H, d, J=8. 7Hz), 8. 24 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 8. 73 (1H, d, J=2. 1Hz).

原料として、5ーイソブチリルー2ーメトキシ安息香酸、及び3,5ービス(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:61.4%

<sup>1</sup>H-NMR (CDCl<sub>3</sub>): δ 1. 23 (6H, d, J=6. 9Hz), 3. 6 4 (1H, m), 4. 20 (3H, s), 7. 18 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 65 (1H, s), 8. 19 (2H, s), 8. 22 (1H, dd, J=8. 7, 2. 1Hz), 8. 88 (1H, d, J=2. 1Hz), 9. 98 (1H, s). (5) N-[3, 5-ビス (トリフルオロメチル) フェニル] -2-ヒドロキシー5-イソブチリルベンズアミド (化合物番号34)

5ーイソブチリルーNー[3,5ービス(トリフルオロメチル)フェニル]-2ーメトキシベンズアミド(143.4mg,0.33mmol)、2,4,6ーコリジン(3ml)、沃化リチウム(53.1mg,0.40mmol)の混合物を1時間加熱還流した。反応混合物を室温まで冷却後、2規定塩酸にあけ、酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を飽和食塩水で洗浄、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(nーへキサン:酢酸エチル=3:1)で精製し、酢酸エチル/イソプロピルエーテルで結晶化して、標題化合物の白色結晶(90.3mg,65.3%)を得た。

<sup>1</sup>H-NMR (DMSO-d<sub>6</sub>):  $\delta$  1. 12 (6H, d, J=6.9Hz), 3. 66 (1H, m), 7. 12 (1H, d, J=8.4Hz), 7. 85 (1H, s), 8. 07 (1H, dd, J=8.4, 2.4Hz), 8. 45 (1H, d, J=2.4Hz), 8. 47 (2H, s), 10. 93 (1H, s), 11. 95 (1H, brs).

例35:化合物番号35の化合物の製造

原料として、4-ヒドロキシイソフタル酸-1-メチルエステル、及び3, 5-ビス(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:91.5%

 $^{1}H-NMR$  (DMSO-d<sub>6</sub>):  $\delta$  3. 85 (3H, s), 7. 12 (1H, d, J=8. 4Hz), 7. 86 (1H, s), 8. 02 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 8. 46-8. 47 (3H, m), 10. 96 (1H, s), 12. 03 (1H, brs).

[4-ヒドロキシイソフタル酸-1-メチルエステル:「ジャーナル・オブ・ザ・ケミカル・ソサイエティー (Journal of the Chemical Society)」, (英国), 1956年, p. 3099-3107参照]

例36:化合物番号36の化合物の製造

N-[3, 5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-4-ヒドロキシイソフタラミン酸 メチルエステル(化合物番号35;2.85g,7mmol)のメタノール/テトラヒドロフラン(14mL+14mL)懸濁液に、2規定水酸化ナトリウム水溶液(14mL)を加え、2時間加熱還流した。反応混合物を室温まで冷却後、2規定塩酸(20mL)を加え、析出した固体を濾取、水洗、乾燥して、標題化合物の白色結晶(2.68g,97.4%)を得た。

 $^{1}$ H-NMR (DMSO-d<sub>6</sub>):  $\delta$  7. 10 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 82 (1H, s), 7. 86 (1H, s), 8. 01 (1H, dd, J=8.7, 2. 4Hz), 8. 47 (2H, s), 8. 48 (1H, d, J=2.4Hz), 1

0. 97 (1H, s), 11. 98 (1H, brs).

以下の実施例において例36の方法が引用されている場合、塩基としては、水酸化ナトリウム、炭酸カリウム等の無機塩基を用いた。また、反応溶媒としては、水、メタノール、エタノール、テトラヒドロフラン等の溶媒を単独若しくは混合して用いた。

例37:化合物番号37の化合物の製造

4-ヒドロキシイソフタル酸( $182\,\mathrm{mg}$ ,  $1\,\mathrm{mm}\,\mathrm{o}\,1$ )、3, 5-ビス(トリフルオロメチル)アニリン( $687\,\mathrm{mg}$ ,  $3\,\mathrm{mm}\,\mathrm{o}\,1$ )、三塩化リン( $87\,\mu\,\mathrm{L}$ ;  $1\,\mathrm{mm}\,\mathrm{o}\,1$ )、トールエン( $10\,\mathrm{m}\,\mathrm{L}$ )を用いて例  $3\,\mathrm{e}\,$ 同様の操作を行い、標題化合物の白色結晶( $151\,\mathrm{mg}$ , 25.0%)を得た。

<sup>1</sup>H-NMR (DMSO-d<sub>6</sub>):  $\delta$  7. 18 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 82 (1H, s), 7. 86 (1H, s), 8. 11 (1H, dd, J=8.7, 2.4Hz), 8. 50 (2H, s), 8. 54 (2H, s), 8. 56 (1H, d, J=2.4Hz), 10. 79 (1H, s), 10. 99 (1H, s), 11. 84 (1H, brs).

例38:化合物番号38の化合物の製造

(1) 4 - ベンジルオキシーN-[3, 5 - ビス (トリフルオロメチル) フェニル] イソフタラミン酸 メチルエステル

水素化ナトリウム(60%;1.04g,26mmol)のN,Nージメチルホルムアミド(100mL)懸濁液に、氷冷下、Nー[3,5ービス(トリフルオロメチル)フェニル]ー4ーヒドロキシイソフタラミン酸 メチルエステル(化合物番号35;8.15g,20mmol)のN,Nージメチルホルムアミド(100mL)溶液を加え、室温で1時間攪拌した。次いでベンジルブロミド(4.45g,26mmol)のN,Nージメチルホルムアミド(10mL)溶液を加え、60℃で3時間攪拌した。反応混合物を室温まで冷却後、を氷水にあけ、酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を水、飽和食塩水で順次洗浄、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣を酢酸エチル/nーへキサ

ンから再結晶して、標題化合物の白色固体 (5. 38g, 54. 1%) を得た。 
<sup>1</sup>H-NMR (DMSO-d<sub>6</sub>): δ 3. 87 (3H, s), 5. 33 (2H, s), 7. 33-7. 36 (3H, m), 7. 46 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 53-7. 56 (2H, m), 7. 82 (1H, s), 8. 15 (1H, dd, J=8. 7, 2. 1Hz), 8. 25 (1H, d, J=2. 1Hz) 8. 28 (2H, s), 10. 87 (1H, s).

(2) 4-ベンジルオキシ-N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル] イソフタラミン酸

原料として、4 ーベンジルオキシーNー[3,5 ービス(トリフルオロメチル)フェニル]イソフタラミン酸 メチルエステルを用いて例36と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:79.7%

 $^{1}H-NMR$  (DMSO-d<sub>6</sub>):  $\delta$  5. 32 (2H, s), 7. 32-7. 34 (3H, m), 7. 43 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 52-7. 56 (2H, m), 7. 81 (1H, s), 8. 12 (1H, dd, J=8. 7, 2. 1Hz), 8. 22 (1H, d, J=2. 1Hz), 8. 28 (2H, s), 10. 85 (1H, s), 13. 81 (1H, brs).

(3)  $4-ベンジルオキシー<math>N^3-[3,5-$ ビス(トリフルオロメチル)フェニル] $-N^1,N^1-$ ジメチルイソフタルアミド

4-ベンジルオキシ-N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]イソフタラミン酸(242mg,0.50mmol)、ジメチルアミン塩酸塩(41mg,0.50mmol)、トリエチルアミン(51mg,0.50mmol)のテトラヒドロフラン(5mL)溶液に、氷冷下、<math>1-(3-ジメチルアミノプロピル)-3-エチルカルボジイミド塩酸塩(以下、WSC・HClと略す;95mg,0.50mmol)を加え、室温で3時間攪拌した。反応混合物を水にあけ、酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を希塩酸、水、飽和食塩水で順次洗浄、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲル

A PROPERTY OF THE PROPERTY OF

カラムクロマトグラフィー(ヘキサン:酢酸エチル=1:4)で精製して、標題化合物の白色固体(165mg, 64.9%)を得た。

<sup>1</sup>H-NMR (DMSO-d<sub>6</sub>):  $\delta$  2. 9 9 (6H, s) 5. 2 9 (2H, s), 7. 3 2-7. 3 8 (4H, m), 7. 5 2-7. 5 6 (2H, m), 7. 6 4 (1H, dd, J=8. 7, 2. 1Hz), 7. 7 3 (1H, d, J=2. 1Hz), 7. 8 0 (1H, s), 8. 2 8 (2H, s), 10. 8 3 (1H, s).

以下の実施例において例38(3)の方法が引用されている場合、塩基としては、 ピリジン、トリエチルアミン等の有機塩基を用いた。また、反応溶媒としては、 ジクロロメタン、テトラヒドロフラン等の溶媒を単独若しくは混合して用いた。

(4)  $N^3 - [3, 5 - \forall x (トリフルオロメチル) フェニル] - 4 - ヒドロキシ-<math>N^1$ ,  $N^1$ -ジメチルイソフタルアミド (化合物番号38)

4-ベンジルオキシー $N^3-$  [3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]  $-N^1,N^1-$ ジメチルイソフタルアミド(141mg,0.28mmo1)、5%パラジウムー炭素(14mg)、エタノール(5m1)、酢酸エチル(5m1)混合物を、水素雰囲気下、室温で1時間攪拌した。反応混合物を濾過し、濾液を減圧留去して、標題化合物の白色固体(106mg,91.2%)を得た。

 $^{1}H-NMR (DMSO-d_{6}): \delta$  2. 98 (6H, s), 7. 02 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 52 (1H, dd, J=8. 7, 2. 1Hz), 7. 84 (1H, s), 7. 95 (1H, d, J=2. 1Hz), 8. 46 (2H, s), 1 1. 10 (1H, brs), 11. 63 (1H, brs).

例39:化合物番号39の化合物の製造

(1) 2-ベンジルオキシ-N-[3, 5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-5-(ピペリジン-1-カルボニル)ベンズアミド

原料として、4-ベンジルオキシ-N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル] イソフタラミン酸(例38(2)の化合物)、及びピペリジンを用いて例38(3)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:56.4%

<sup>1</sup>H-NMR (CDCl<sub>3</sub>):  $\delta$  1. 53-1. 70 (6H, m), 3. 44 (2H, brs), 3. 70 (2H, brs), 5. 26 (2H, s), 7. 24 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 26 (1H, s), 7. 52-7. 58 (5H, m), 7. 66 (2H, s), 7. 74 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 8. 37 (1H, d, J=2. 1Hz), 10. 27 (1H, s).

(2) N-[3, 5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-2-ヒドロキシ-5-(ピペリジン-1-カルボニル)ベンズアミド(化合物番号39)原料として、2-ベンジルオキシーN-[3, 5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-5-(ピペリジン-1-カルボニル)ベンズアミドを用いて例38(4)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:96.3% 白色固体

<sup>1</sup>H-NMR (DMSO-d<sub>6</sub>):  $\delta$  1. 51 (4H, brs), 1. 60-1. 65 (2H, m), 3. 47 (4H, brs), 7. 04 (1H, d, J=8. 4 Hz), 7. 48 (1H, dd, J=8. 4, 2. 1Hz), 7. 85 (1H, s), 7. 92 (1H, d, J=2. 1Hz), 8. 46 (2H, s), 10. 99 (1H, s), 11. 64 (1H, brs).

例40:化合物番号40の化合物の製造

(1) 2ーベンジルオキシー5ー(4ーベンジルピペリジンー1ーカルボニル) -N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]ベンズアミド 原料として、4ーベンジルオキシーN-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]イソフタラミン酸(例38(2)の化合物)、及び4ーベンジルピペリジンを用いて例38(3)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:76.7%

 $^{1}H-NMR$  (CD<sub>3</sub>OD):  $\delta$  1. 18-1. 38 (2H, m), 1. 67 (1H, brs), 1. 74 (1H, brs), 1. 84-1. 93 (1H, m), 2. 60 (2H, d, J=7. 2Hz), 2. 83 (1H, brs), 3. 10 (1H, brs), 3. 78 (1H, brs), 4. 59 (1H, brs), 5. 34 (2H,

s), 7. 15-7. 18 (3H, m), 7. 24-7. 28 (2H, m), 7. 4
0-7. 46 (4H, m), 7. 57-7. 63 (3H, m), 7. 65 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 7. 96 (2H, s), 8. 05 (1H, d, J=2. 1Hz).

(2) N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-2-ヒドロキシ-5-(4-ベンジルピペリジン-1-カルボニル)ベンズアミド(化合物番号40)

原料として、2-ベンジルオキシ-5-(4-ベンジルピペリジン-1-カルボニル)-N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]ベンズアミドを用いて例38(4)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率 54.3% 白色固体

<sup>1</sup>H-NMR (DMSO-d<sub>6</sub>):  $\delta$  1. 08-1. 22 (2H, m), 1. 59 -1. 62 (2H, m), 1. 77-1. 80 (1H, m), 2. 50-2. 55 (2H, m), 2. 87 (2H, brs), 3. 75 (1H, br), 4. 39 (1 H, br), 7. 06 (1H, d, J=8. 4Hz), 7. 17-7. 20 (3H, m), 7. 28 (2H, t, J=7. 2Hz), 7. 49 (1H, dd, J=8. 4, 2. 1Hz), 7. 84 (1H, s), 7. 93 (1H, d, J=2. 1Hz), 8. 47 (2H, s), 10. 89 (1H, s), 11. 65 (1H, s).

例41:化合物番号41の化合物の製造

(1) 2-メトキシー5-スルファモイル安息香酸

メチル 2-メトキシー5-スルファモイルベンゾエート(4.91g, 20m mo1)のメタノール(30mL)溶液に、2規定水酸化ナトリウム溶液(<math>30mL, 60mmo1)を加え、室温で1時間攪拌した。反応混合物を2規定塩酸 にあけ、析出した固体を濾取して、標題化合物の白色固体(<math>4.55g, 98.3%)を得た。

 $^{1}H-NMR$  (DMSO- $d_{6}$ ):  $\delta$  3. 89 (3H, s), 7. 30 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 32 (2H, s), 7. 92 (1H, dd, J=8. 7,

2. 7 Hz), 8. 09 (1 H, d, J = 2. 7 Hz), 13. 03 (1 H, b r).

(2) N-[3, 5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-2-メトキシー 5-スルファモイルベンズアミド

原料として、2-メトキシー5-スルファモイル安息香酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例12(3)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 24. 2%

<sup>1</sup>H-NMR (DMSO-d<sub>6</sub>):  $\delta$  3. 97 (3H, s), 7. 38 (2H, s), 7. 39 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 85 (1H, s), 7. 96 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 8. 06 (1H, d, J=2. 4Hz), 8. 43 (2H, s), 10. 87 (1H, s).

(3) N-[3, 5-ビス (トリフルオロメチル) フェニル] -5-ジメチルス ルファモイル-2-メトキシベンズアミド

N-[3, 5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-2-メトキシー5-スルファモイルベンズアミド(442mg, 1.0mmol)、沃化メチル(710mg, 5.0mmol)、炭酸カリウム(415mg, 3.0mmol)、アセトニトリル(10mL)の懸濁液を3時間加熱還流した。反応混合液を室温まで冷却後、水にあけ、酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を水、飽和食塩水で順次洗浄、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をnーヘキサン/酢酸エチルから再結晶して、標題化合物の白色固体(207mg, 44.1%)を得た。

 $^{1}H-NMR$  (DMSO-d<sub>6</sub>):  $\delta$  2. 62 (6H, s), 3. 99 (3H, s), 7. 45 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 85 (1H, s), 7. 91 (1H, dd, J=8.7, 2.4Hz), 7. 95 (1H, d, J=2.4Hz) 8. 43 (2H, s), 10. 90 (1H, s).

(4) N-[3, 5-ビス (トリフルオロメチル) フェニル] -5-ジメチルス ルファモイル-2-ヒドロキシベンズアミド (化合物番号41)

原料として、N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-5-ジメチルスルファモイル-2-メトキシベンズアミドを用いて例34(5)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:45.5%

 $^{1}H-NMR$  (DMSO-d<sub>6</sub>):  $\delta$  2. 61 (6H, s), 7. 20 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 77 (1H, dd, J=8. 7, 2. 1Hz), 7. 86 (1H, s), 8. 14 (1H, d, J=2. 1Hz) 8. 45 (2H, s), 1 1. 16 (1H, s), 12. 15 (1H, br).

例42:化合物番号42の化合物の製造

(1) N-[3, 5ービス(トリフルオロメチル)フェニル]-2-メトキシー5-(ピロール-1-スルホニル)ベンズアミド

N-[3, 5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-2-メトキシ-5-スルファモイルベンズアミド(例41(2)の化合物;442mg,1mmol)、2,5-ジメトキシテトラヒドロフラン(159mg,1.2mmol)、酢酸(5mL)の混合物を2時間加熱還流した。反応混合物を室温まで冷却後、水にあけ、酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を水、飽和炭酸水素ナトリウム水溶液、飽和食塩水で順次洗浄、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(n-ヘキサン:酢酸エチル=3:2)で精製して、標題化合物の白色固体(436.5mg,88.6%)を得た。

<sup>1</sup>H-NMR (DMSO-d<sub>6</sub>):  $\delta$  3. 96 (3H, s), 6. 36 (2H, d d, J=2. 4, 2. 1Hz), 7. 37 (2H, dd, J=2. 4, 2. 1Hz), 7. 42 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 85 (1H, s), 8. 80 (1H, dd, J=9. 0, 2. 4Hz) 8. 18 (1H, d, J=2. 7Hz), 8. 3 8 (2H, s), 10. 92 (1H, s).

(2) N-[3, 5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-2-ヒドロキシ-5-(ピロール-1-スルホニル)ベンズアミド(化合物番号42)

原料として、N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-2-メトキシ-5-(ピロール-1-スルホニル)ベンズアミドを用いて例34(5)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:79.4%

 $^{1}H-NMR$  (DMSO-d<sub>6</sub>)  $\delta$  6. 36 (2H, dd, J=2. 4, 2. 1 Hz), 7. 18 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 34 (2H, dd, J=2. 4, 2. 1Hz), 7. 86 (1H, s), 7. 99 (1H, dd, J=9. 0, 2. 7Hz) 8. 31 (1H, d, J=2. 7Hz), 8. 42 (2H, s), 1 0. 98 (1H, s).

例43:化合物番号43の化合物の製造

原料として、N-[3, 5-ビス (トリフルオロメチル) フェニル] -2-ヒドロキシ-5-ニトロベンズアミド (化合物番号8) を用いて例38 (4) と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:98.0%

 $^{1}H-NMR$  (DMSO-d<sub>6</sub>):  $\delta$  4. 79 (2H, brs), 6. 76 (1H, d, J=2. 1Hz), 6. 76 (1H, s), 7. 09 (1H, dd, J=2. 1, 1. 2Hz), 7. 80 (1H, s), 8. 45 (2H, s), 10. 30 (1H, br), 10. 84 (1H, s).

例44:化合物番号44の化合物の製造

原料として、5-ジメチルアミノサリチル酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:28.8%

<sup>1</sup>H-NMR (DMSO-d<sub>6</sub>):  $\delta$  2. 85 (6H, s), 6. 92 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 01 (1H, dd, J=8. 7, 3. 0Hz), 7. 22 (1H, d, J=3. 0Hz), 7. 84 (1H, s), 8. 47 (2H, s), 10. 62 (1H, s), 10. 83 (1H, s).

例45:化合物番号45の化合物の製造

アルゴン雰囲気下、5-アミノ-N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-2-ヒドロキシベンズアミド(化合物番号43;364mg,1mmol)、ピリジン(95mg,1.2mmol)、テトラヒドロフラン(10mL)の混合物に、氷冷下、ベンゾイルクロリド(155mg,1.1mmol)を加え、1時間攪拌した。反応混合物を水にあけ、酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を水、飽和食塩水で順次洗浄、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(<math>n-n+1):酢酸エチル=4:1)で精製して、標題化合物の白色固体(121mg,25.7%)を得た。

<sup>1</sup>H-NMR (DMSO-d<sub>6</sub>):  $\delta$  7. 0 4 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 51-7. 62 (3H, m), 7. 81 (1H, dd, J=8.7, 2.4Hz), 7. 83 (1H, s), 7. 98 (2H, d, J=7.2Hz), 8. 22 (1H, d, J=2.4Hz), 8. 49 (2H, s), 10. 27 (1H, s), 10. 8 9 (1H, s), 11. 07 (1H, s).

例46:化合物番号46の化合物の製造

 $5-アミノ-N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-2-ヒドロキシベンズアミド(化合物番号43;100.2 mg,0.28 mmol)のアセトニトリル(4 ml)溶液に、<math>4-ジメチルアミノピリジン(3 mg),フェニルイソシアネート(30 <math>\mu$  L,0.28 mmol)を加え、60 で 5 分間攪拌した。反応混合物を室温まで冷却後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘキサン:酢酸エチル=1:1)で精製して、標題化合物の薄褐色固体(54.8 mg,41.2%)を得た。

<sup>1</sup>H-NMR (DMSO-d<sub>6</sub>):  $\delta$  6. 93-6. 98 (1H, m), 6. 97 (1H, d, J=9. 3Hz), 7. 27 (2H, t, J=7. 8Hz), 7. 3 4-7. 46 (2H, m), 7. 50 (1H, dd, J=9. 0, 2. 4Hz), 7. 83 (1H, s), 7. 88 (1H, s), 8. 47 (2H, s), 8. 56 (1H, s), 8. 63 (1H, s), 10. 87 (1H, s), 10. 89 (1H, s).

例47:化合物番号47の化合物の製造

原料として、5-アミノ-N-[3, 5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル] -2-ヒドロキシベンズアミド(化合物番号43)、及びフェニルイソチオシアネートを用いて例46と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:66.3%

<sup>1</sup>H-NMR (DMSO-d<sub>6</sub>):  $\delta$  7. 00 (1H, d, J=8.4Hz), 7. 13 (1H, tt, J=7.5, 1.2Hz), 7. 34 (2H, t, J=7.8 Hz), 7. 45-7.51 (3H, m), 7. 84 (1H, s), 7. 87 (1H, d, J=2.7Hz), 8. 47 (2H, s), 9. 65 (1H, s), 9. 74 (1H, s), 10. 84 (1H, s), 11. 32 (1H, s).

例48:化合物番号48の化合物の製造

原料として、5-[(4-ニトロフェニル)ジアゼニル]サリチル酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例3と同様な操作を行い、標題化合物を得た。

収率:11.3%

 $^{1}H-NMR$  (DMSO-d<sub>6</sub>):  $\delta$  7. 23 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 87 (1H, s), 8. 06 (2H, d, J=9.0Hz), 8. 10 (1H, d d, J=9.0, 2.4Hz), 8. 44 (2H, d, J=9.0Hz), 8. 5 0 (2H, s), 8. 53 (1H, d, J=2.4Hz), 11. 13 (1H, s), 12. 14 (1H, br).

例49:化合物番号49の化合物の製造

原料として、 $5-(\{[(4-ll) : y - 2-ll) : x - 2-ll) : x - 2-ll) : x - 2-ll) : y - 2-$ 

収率:7.9%

<sup>1</sup>H-NMR (DMSO- $d_6$ ):  $\delta$  6. 87 (1H, t, J=6.0Hz), 7. 22 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 21-7. 23 (1H, m), 7. 77 (1H, t, J=8.4Hz), 7.87 (1H, s), 7.95-7.98 (3H, m), 8.03-8.07 (4H, m), 8.47 (1H, d, J=2.4Hz), 8.49 (2H, s), 11.14 (1H, s), 12.03 (1H, br). 例50:化合物番号50の化合物の製造

(1) 4-アセチルアミノ-5-クロロ-2-メトキシ安息香酸

原料として、4-アセチルアミノ-5-クロロ-2-メトキシ安息香酸 メチルエステルを用いて例36と同様な操作を行い、標題化合物を得た。

収率:88.0%

<sup>1</sup>H-NMR (DMSO-d<sub>6</sub>): δ 2. 16 (3H, s), 3. 78 (3H, s), 7. 72 (1H, s), 7. 77 (1H, s), 9. 57 (1H, s), 12. 74 (1H, s).

(2) 4-rセチルアミノーN-[3, 5-rビス(トリフルオロメチル)フェニル]-5-クロロー2-メトキシベンズアミド

原料として、4-アセチルアミノ-5-クロロ-2-メトキシ安息香酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例12(3)と同様な操作を行い、標題化合物を得た。

収率:23.8%

<sup>1</sup>H-NMR (DMSO-d<sub>6</sub>): δ 2. 17 (3H, s), 3. 89 (3H, s), 7. 77-7. 82 (3H, m), 8. 45-8. 49 (2H, m), 9. 66 (1 H, s), 10. 68 (1H, s).

(3) 4ーアセチルアミノーNー[3, 5ービス(トリフルオロメチル)フェニル]-5ークロロー2ーヒドロキシベンズアミド(化合物番号50)

原料として、4-アセチルアミノ-N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-5-クロロ-2-メトキシベンズアミドを用いて例34(5)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:72.8%

 $^{1}H-NMR (DMSO-d_{6}): \delta$  2.17 (3H, s), 7.75 (1H, s),

7. 82 (1H, s), 7. 95 (1H, s), 8. 44 (2H, s), 9. 45 (1 H, s), 11. 16 (1H, brs), 11. 63 (1H, brs).

例51:化合物番号51の化合物の製造

原料として、4-クロロサリチル酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル) アニリンを用いて例3と同様な操作を行い、標題化合物を得た。

収率:55.8%

<sup>1</sup>H-NMR (DMSO-d<sub>6</sub>): δ 7. 05-7. 08 (2H, m), 7. 84 -7. 87 (2H, m), 8. 45 (2H, s), 10. 84 (1H, s) 11. 64 (1H, brs).

例52:化合物番号52の化合物の製造

原料として、6-ヒドロキシサリチル酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例3と同様な操作を行い、標題化合物を得た。

収率:86.9%

<sup>1</sup>H-NMR (DMSO-d<sub>6</sub>):  $\delta$  6. 36 (2H, d, J=8. 4Hz), 7. 13 (1H, t, J=8. 4Hz), 7. 79 (1H, s), 8. 38 (2H, s), 11. 40 (2H, brs), 11. 96 (1H, brs).

例53:化合物番号53の化合物の製造

原料として、4-メチルサリチル酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル) アニリンを用いて例3と同様な操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 42. 9%

 $^{1}H-NMR$  (DMSO-d<sub>6</sub>):  $\delta$  2. 32 (3H, s) 6. 82 (1H, d, J=6. 6Hz) 6. 84 (1H, s) 7. 83 (1H, s) 7. 84 (1H, d, J=8. 5Hz) 8. 47 (2H, s) 10. 76 (1H, s) 11. 44 (1H, s).

例54:化合物番号54の化合物の製造

原料として、5-ブロモー4-ヒドロキシサリチル酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例3と同様な操作を行い、標題化合物を得た。

WO 03/103655 PCT/JP03/07121 -

収率:82.4%

<sup>1</sup>H-NMR (CDCl<sub>3</sub>): δ 5. 89 (1H, s) 6. 70 (1H, s) 7. 69 (2H, s) 7. 95 (1H, s) 8. 12 (2H, s) 11. 62 (1H, s).

例55:化合物番号55の化合物の製造

原料として、4-ヒドロキシサリチル酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例3と同様な操作を行い、標題化合物を得た。

収率:29.9%

<sup>1</sup>H-NMR (DMSO-d<sub>6</sub>):  $\delta$  6. 37 (1H, d, J=2.5Hz), 6. 42 (1H, dd, J=8.8, 2.5Hz), 7. 81 (1H, s), 7. 86 (1H, d, J=8.5Hz), 8. 44 (2H, s), 10. 31 (1H, s), 10. 60 (1H, s), 11. 77 (1H, s).

例56:化合物番号56の化合物の製造

原料として、3,5-ジクロロサリチル酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例3と同様な操作を行い、標題化合物を得た。

収率:44.8%

<sup>1</sup>H-NMR (DMSO-d<sub>6</sub>):  $\delta$  7. 85 (1H, d, J=2.5Hz), 7. 91 (1H, s), 8. 01 (1H, d, J=2.5Hz), 8. 42 (2H, s), 11. 10 (1H, s).

例57:化合物番号57の化合物の製造

原料として、3-ヒドロキシサリチル酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例3と同様な操作を行い、標題化合物を得た。

収率:22.7%

<sup>1</sup>H-NMR (DMSO-d<sub>6</sub>):  $\delta$  6. 81 (1H, t, J=8.0Hz), 7. 01 (1H, dd, J=8.0, 1.5Hz), 7. 35 (1H, dd, J=8.0, 1.5Hz), 7. 84 (1H, s), 8. 46 (2H, s), 9. 56 (1H, s), 10. 79 (1H, s), 10. 90 (1H, brs).

例58:化合物番号58の化合物の製造

原料として、3ーメチルサリチル酸、及び3,5ービス(トリフルオロメチル)で アニリンを用いて例3と同様な操作を行い、標題化合物を得た。

収率:54.9%

 $^{1}H-NMR$  (DMSO-d<sub>6</sub>):  $\delta$  2. 22 (3H, s), 6. 94 (1H, t, J=7. 4Hz), 7. 42 (1H, d, J=7. 4Hz), 7. 84-7. 85 (2H, m), 8. 47 (2H, s), 10. 87 (1H, s), 11. 87 (1H, s).

例59:化合物番号59の化合物の製造

原料として、3-メトキシサリチル酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル) アニリンを用いて例3と同様な操作を行い、標題化合物を得た。

収率:34.6%

 $^{1}H-NMR$  (DMSO-d<sub>6</sub>):  $\delta$  3. 85 (3H, s), 6. 94 (1H, t, J=8. 0Hz), 7. 20 (1H, dd, J=8. 0, 1. 4Hz), 7. 44 (1H, dd, J=8. 0, 1. 4Hz), 7. 84 (1H, s), 8. 45 (2H, s), 10. 82 (1H, s), 10. 94 (1H, brs).

例60:化合物番号60の化合物の製造

原料として、5-[(1, 1, 3, 3-テトラメチル) ブチル] サリチル酸、及び <math>3,5-ビス(トリフルオロメチル) アニリンを用いて例 <math>3と同様な操作を行い、 標題化合物を得た。

収率:64.2%

 $^{1}H-NMR$  (DMSO-d<sub>6</sub>):  $\delta$  0. 70 (9H, s), 1. 35 (6H, s), 1. 72 (2H, s), 6. 95 (1H, d, J=8. 4Hz), 7. 50 (1H, dd, J=8. 0, 2. 1Hz), 7. 83 (1H, s), 7. 84 (1H, d, J=2. 1Hz), 8. 46 (1H, s), 10. 77 (1H, s), 11. 20 (1H, s).

例61:化合物番号61の化合物の製造

WO 03/103655 PCT/JP03/07121 -

原料として、3,5,6-トリクロロサリチル酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例3と同様な操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 26.2%

<sup>1</sup>H-NMR (DMSO-d<sub>6</sub>):  $\delta$  7. 88 (1H, s), 7. 93 (1H, s), 8. 33 (2H, s), 10. 88 (1H, s), 11. 36 (1H, s).

例62:化合物番号62の化合物の製造

原料として、3,5-ビス[(1,1-ジメチル) エチル] サリチル酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル) アニリンを用いて例3と同様な操作を行い、標題化合物を得た。

収率:65.0%

<sup>1</sup>H-NMR (DMSO-d<sub>6</sub>):  $\delta$  1. 34 (9H, s), 1. 40 (9H, s), 7. 49 (1H, d, J=2. 2Hz), 7. 82 (1H, d, J=2. 2Hz), 7. 91 (1H, s), 8. 40 (2H, s), 10. 82 (1H, s), 12. 44 (1H, s).

例63:化合物番号63の化合物の製造

原料として、6-フルオロサリチル酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル) アニリンを用いて例3と同様な操作を行い、標題化合物を得た。

収率:35.9%

<sup>1</sup>H-NMR (DMSO- $d_6$ ):  $\delta$  6. 73-6. 82 (2H, m), 7. 32 (1H, ddd, J=1. 4, 8. 5, 15. 3Hz), 7. 83 (1H, s), 8. 39 (2H, s), 10. 50 (1H, d, J=1. 4Hz), 11. 11 (1H, s).

例64:化合物番号64の化合物の製造

原料として、3-クロロサリチル酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル) アニリンを用いて例3と同様な操作を行い、標題化合物を得た。

収率:61.3%

 $^{1}H-NMR$  (DMSO-d<sub>6</sub>):  $\delta$  7. 05 (1H, dd, J=7. 6, 8.

0 Hz), 7. 6 9 (1 H, dd, J=1. 4, 13. 3 Hz), 7. 9 0 (1 H, s), 7. 9 3 (1 H, dd, J=1. 4, 8. 0 Hz), 8. 4 4 (2 H, s), 11. 01 (1 H, s), 11. 9 2 (1 H, b r. s).

例65:化合物番号65の化合物の製造

原料として、4-メトキシサリチル酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル) アニリンを用いて例3と同様な操作を行い、標題化合物を得た。

収率:14.2%

<sup>1</sup>H-NMR (DMSO-d<sub>6</sub>): δ 3. 81 (3H, s), 6. 54 (1H, d, J=2. 5Hz), 6. 61 (1H, dd, J=2. 5, 8. 8Hz), 7. 83 (1H, s), 7. 95 (1H, d, J=8. 8Hz), 8. 45 (2H, s), 1 0. 69 (1H, s), 11. 89 (1H, s).

例66:化合物番号66の化合物の製造

原料として、6-メトキシサリチル酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル) アニリンを用いて例3と同様な操作を行い、標題化合物を得た。

収率:63.1%

<sup>1</sup>H-NMR (DMSO- $d_6$ ):  $\delta$  3. 24 (3H, s), 6. 03 (1H, d, J=8. 0Hz), 6. 05 (1H, d, J=8. 5Hz), 6. 71 (1H, d d, J=8. 2, 8. 5Hz), 7. 25 (1H, s), 7. 88 (2H, s), 9. 67 (1H, s), 10. 31 (1H, s)

例 6 7:化合物番号 6 7 の化合物の製造

原料として、5-アミノーN-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル] -2-ヒドロキシベンズアミド(化合物番号43)、及びメタンスルホニルクロリドを用いて例45と同様な操作を行い、標題化合物を得た。

収率:22.6%

 $^{1}H-NMR$  (DMSO-d<sub>6</sub>):  $\delta$  2. 93 (3H, s), 7. 02 (1H, d, J=8. 4Hz), 7. 31 (1H, dd, J=8. 4, 2. 7Hz), 7. 68 (1H, d, J=2. 7Hz), 7. 83 (1H, s), 8. 46 (2H, s), 9.

48 (1H, s), 10: 85 (1H, s), 11. 15 (1H, s).

例68:化合物番号68の化合物の製造

原料として、5-アミノーN-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル] -2-ヒドロキシベンズアミド(化合物番号43)、及びベンゼンスルホニルクロ リドを用いて例45と同様な操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 45.3%

<sup>1</sup>H-NMR (DMSO-d<sub>6</sub>): δ 6.89 (1H, d, J=8.7Hz), 7.10 (1H, dd, J=8.7, 2.7Hz), 7.51-7.64 (4H, m), 7.68-7.71 (2H, m), 7.81 (1H, s), 8.42 (2H, s), 10.03 (1H, s), 10.87 (1H, s), 11.13 (1H, brs). 例69:化合物番号69の化合物の製造

原料として、5ーアミノーNー[3,5ービス(トリフルオロメチル)フェニル] -2ーヒドロキシベンズアミド(化合物番号43)、及びアセチルクロリドを用いて例45と同様な操作を行い、標題化合物を得た。

収率:44.8%

 $^{1}H-NMR$  (DMSO-d<sub>6</sub>):  $\delta$  2. 02 (3H, s), 6. 97 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 61 (1H, dd, J=8. 7, 2. 7Hz), 7. 82 (1H, s), 7. 99 (1H, d, J=2. 7Hz), 8. 46 (2H, s), 9. 90 (1H, s), 10. 85 (1H, s), 10. 94 (1H, s).

例70:化合物番号70の化合物の製造

N-[3, 5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-2-メトキシ-5-スルファモイルベンズアミド(例41(2)の化合物)を用いて例34(5)と同様な操作を行い、標題化合物を得た。

収率:59.9%

 $^{1}H-NMR$  (DMSO-d<sub>6</sub>):  $\delta$  7. 17 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 31 (2H, s), 7. 85 (1H, s), 7. 86 (1H, dd, J=8.4, 2.4Hz), 8. 26 (1H, d, J=2.7Hz), 8. 47 (2H, s), 1

0. 95 (1H, s), 11. 90 (1H, s).

例71:化合物番号71の化合物の製造

原料として、1-ヒドロキシナフタレン-2-カルボン酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:65.5%

and the second second

<sup>1</sup>H-NMR (DMSO-d<sub>6</sub>):  $\delta$  7. 51 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 60 (1H, td, J=7.8, 0.9Hz), 7. 70 (1H, td, J=7.8, 0.9Hz), 7. 89 (1H, s), 7. 93 (1H, d, J=8.4Hz), 8. 09 (1H, d, J=9.0Hz), 8. 33 (1H, d, J=8.7Hz), 8. 51 (2H, s), 10. 92 (1H, s), 13. 36 (1H, s).

例72:化合物番号72の化合物の製造

原料として、3-ヒドロキシナフタレン-2-カルボン酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:46.9%

<sup>1</sup>H-NMR (DMSO-d<sub>6</sub>):  $\delta$  7. 36-7. 41 (2H, m), 7. 50 -7. 55 (1H, m), 7. 79 (1H, d, J=8. 2Hz), 7. 85 (1 H, d, J=0. 6Hz), 7. 96 (1H, d, J=8. 0Hz), 8. 51 (2 H, s), 10. 98 (1H, s), 11. 05 (1H, s).

例73:化合物番号73の化合物の製造

原料として、2-ヒドロキシナフタレン-1-カルボン酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:30.2%

<sup>1</sup>H-NMR (DMSO-d<sub>6</sub>):  $\delta$  7. 27 (1H, d, J=8.8Hz), 7. 32-7. 38 (1H, m), 7. 45-7. 50 (1H, m), 7. 72 (1H,

d, J=8.5Hz), 7. 82-7.93 (3H, m), 8. 50 (1H, s), 10. 28 (1H, s), 11. 07 (1H, brs).

例74:化合物番号74の化合物の製造

(1) 4-ブロモー3-ヒドロキシチオフェン-2-カルボン酸

4-ブロモー3-ヒドロキシチオフェンー2ーカルボン酸 メチルエステル (500mg, 2.1mmol)、水酸化ナトリウム (261mg, 6.3mmol)のメタノール/水 (2.5mL+2.5mL)混合溶液を2時間加熱還流した。反応混合物を室温まで冷却後、2規定塩酸でpHを1とし、酢酸エチル (50mL)で希釈した。酢酸エチル溶液を水、飽和食塩水で順次洗浄、無水硫酸ナトリウムで乾燥した。溶媒を減圧下留去して、標題化合物の赤褐色粉末 (326mg, 69.4%)を得た。

 $^{1}H-NMR$  (CDCl<sub>3</sub>):  $\delta$  4.05 (1H, brs), 7.40 (1H, s).

(2) 4ーブロモー3ーヒドロキシーN-[3, 5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]チオフェン-2-カルボキサミド(化合物番号74)

原料として、4 ーブロモー3 ーヒドロキシチオフェンー2 ーカルボン酸、及び3,5 ービス (トリフルオロメチル) アニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:82.4%

<sup>1</sup>H-NMR (CDCl<sub>3</sub>): δ 7.42 (1H, s), 7.67 (1H, brs), 7.78 (1H, brs), 8.11 (2H, s), 9.91 (1H, brs). 例 75: 化合物番号 75 の化合物の製造

5-クロロー2-ヒドロキシニコチン酸(174mg, 1mmol)、3, 5-ビス(トリフルオロメチル)アニリン(275mg, 1.2mmol)、ピリジン(316mg, 4mmol)のテトラヒドロフラン/ジクロロメタン(20mL+10mL)溶液に、オキシ塩化リン(0.112 ml, 1.2mmol)を加え、室温で2時間攪拌した。反応混合物を酢酸エチル(100mL)及び0.2規定塩酸(100mL)にあけ、30分間攪拌、セライト濾過し、水層を酢酸エチル

で抽出した。合わせた酢酸エチル層を水、飽和食塩水で順次洗浄,無水硫酸マグネシウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー( $n-\alpha$ キサン:酢酸エチル= $2:1\rightarrow1:1$ )で精製、エタノールで懸濁洗浄して、標題化合物の白色結晶(183mg, 47.6%)を得た。融点: >270%

 $^{1}H-NMR$  (DMSO-d<sub>6</sub>):  $\delta$  7. 83 (1H, s), 8. 15 (1H, d, J=3. 3Hz), 8. 36 (1H, d, J=3. 0Hz), 8. 40 (2H, s), 12. 43 (1H, s).

以下の実施例において例75の製造法が引用されている場合、縮合剤(酸ハロゲン化剤)としては、オキシ塩化リンを用いた。塩基としては、ピリジンを用いた。 また、反応溶媒としては、ジクロロメタン、テトラヒドロフラン等の溶媒を単独若しくは混合して用いた。

例76:化合物番号76の化合物の製造

原料として、3ーヒドロキシピリジン-2-カルボン酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例75と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:45.0%

<sup>1</sup>H-NMR (CDCl<sub>3</sub>): δ 7. 40 (1H, dd, J=8. 4, 1. 8H z), 7. 46 (1H, dd, J=8. 4, 4. 2Hz), 7. 68 (1H, s), 8. 16 (1H, dd, J=4. 2, 1. 2Hz), 8. 25 (2H, s), 10. 24 (1H, s), 11. 42 (1H, s).

例 7 7:化合物番号 7 7 の化合物の製造

3,5ービス(トリフルオロメチル)フェニルイソシアネート(255mg,1.0mmol)のテトラヒドロフラン(5mL)溶液に、アルゴン雰囲気下、6ークロローオキシインドール(184mg,1.1mmol)のテトラヒドロフラン(5ml)溶液、トリエチルアミン(0.3mL)を加え、室温で4時間攪拌した。反応混合物を希塩酸にあけ、酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を水、

飽和食塩水で順次洗浄、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(n-ヘキサン:酢酸エチル=4:1)で精製して、標題化合物の桃色固体(172.2mg,40.7%)を得た。

<sup>1</sup>H-NMR (DMSO-d<sub>6</sub>):  $\delta$  3. 97 (2H, s), 7. 29 (1H, d d, J=8. 1, 2. 1Hz), 7. 41 (1H, d, J=8. 1Hz), 7. 8 (1H, s), 8. 04 (1H, d, J=2. 1Hz), 8. 38 (2H, s), 10. 93 (1H, s).

例78:化合物番号78の化合物の製造

原料として、3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニルイソシアネート、及びオキシインドールを用いて例77と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:44.8%

<sup>1</sup>H-NMR (DMSO-d<sub>6</sub>):  $\delta$  3. 98 (2H, s), 7. 22 (1H, t d, J=7. 8, 1. 2Hz), 7. 33-7. 40 (2H, m), 7. 87 (1H, s), 8. 02 (1H, d, J=7. 8Hz), 8. 38 (2H, s), 11. 00 (1H, s).

例79:化合物番号79の化合物の製造

原料として、3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニルイソシアネート、及び5-クロロオキシインドールを用いて例77と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:31.1%

<sup>1</sup>H-NMR (DMSO-d<sub>6</sub>):  $\delta$  3. 99 (2H, s), 7. 41 (1H, d d, J=8. 7, 2. 4Hz), 7. 47 (1H, d, J=2. 1Hz), 7. 8 7 (1H, s), 8. 01 (1H, d, J=8. 4Hz), 8. 38 (2H, s), 10. 93 (1H, s).

例80:化合物番号80の化合物の製造

原料として、3-ヒドロキシキノキサリン-2-カルボン酸、及び3、5-ビス

(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 2. 7%

<sup>1</sup>H-NMR (DMSO-d<sub>6</sub>):  $\delta$  7. 40-7. 45 (2H, m), 7. 69 (1H, td, J=8. 4, 1. 5Hz), 7. 90-7. 93 (2H, m), 8. 41 (2H, s), 11. 64 (1H, s), 13. 02 (1H, s).

例81:化合物番号81の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2,5-ビス(トリフルオロメチル) アニリンを用いて例3と同様な操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 3. 6%

<sup>1</sup>H-NMR (CDCl<sub>3</sub>):  $\delta$  7. 03 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 4 3-7. 48 (2H, m), 6. 61 (1H, d, J=8. 1Hz), 7. 85 (1 H, d, J=8. 4Hz), 8. 36 (1H, brs), 8. 60 (1H, s), 1 1. 31 (1H, s).

例82:化合物番号82の化合物の製造

原料として、N-[2,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-5-クロロー2-ヒドロキシベンズアミド(化合物番号81)、及びアセチルクロリドを用いて例5と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 6. 6%

<sup>1</sup>H-NMR (CDCl<sub>3</sub>):  $\delta$  2. 35 (3H, s), 7. 17 (1H, d, J = 8. 7Hz), 7. 54 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 7. 55 (1H, d, J=8. 1Hz), 7. 80 (1H, d, J=8. 1Hz), 7. 95 (1H, d, J=2. 4Hz), 8. 60 (1H, s), 8. 73 (1H, s).

例83:化合物番号83の化合物の製造

原料として、5-ブロモサリチル酸、及び2,5-ビス(トリフルオロメチル) アニリンを用いて例3と同様な操作を行い、標題化合物を得た。

収率:24.0%

<sup>1</sup>H-NMR (DMSO-d<sub>6</sub>): δ 7.03 (1H, d, J=8.7Hz), 7.65 (1H, dd, J=8.7, 2.7Hz), 7.76 (1H, d, J=8.4 Hz), 8.03 (1H, d, J=8.1Hz) 8.11 (1H, d, J=2.7 Hz), 8.74 (1H, s), 11.02 (1H, s), 12.34 (1H, s). 例84: 化合物番号84の化合物の製造

原料として、5-メチルサリチル酸、及び2, 5-ビス(トリフルオロメチル) アニリンを用いて例3と同様な操作を行い、標題化合物を得た。

収率:1.5%

<sup>1</sup>H-NMR (CDCl<sub>3</sub>): δ 2. 36 (3H, s), 6. 97 (1H, d, J=8. 4Hz), 7. 23 (1H, s), 7. 32 (1H, dd, J=8. 4, 1. 5Hz), 7. 57 (1H, d, J=8. 4Hz), 7. 83 (1H, d, J=8. 4Hz), 8. 46 (1H, s), 8. 69 (1H, s), 11. 19 (1H, s). 例85: 化合物番号85の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3-フルオロ-5-(トリフルオロメ チル)アニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:62.0%

<sup>1</sup>H-NMR (DMSO-d<sub>6</sub>):  $\delta$  7. 04 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 42 (1H, d, J=8.4Hz), 7. 48 (1H, dd, J=9.0, 3.0 Hz), 7. 85 (1H, d, J=2.4Hz), 7. 94 (1H, dd, J=1 1.4, 2.1Hz), 7. 99 (1H, s), 10. 73 (1H, s), 11. 46 (1H, s).

例86:化合物番号86の化合物の製造

原料として、5-ブロモサリチル酸、及び3-ブロモ-5-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:73.3%

 $^{1}H-NMR (DMSO-d_{6}): \delta$  6. 99 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 60 (1H, dd, J=9.0, 2.4Hz), 7. 72 (1H, s), 7. 97

(1H, d, J=2.7Hz), 8. 16 (1H, s), 8. 28 (1H, s), 10. 69 (1H, s), 11. 45 (1H, s).

例87:化合物番号87の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-フルオロ-5-(トリフルオロメ チル)アニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:77.9%

<sup>1</sup>H-NMR (DMSO-d<sub>6</sub>):  $\delta$  7. 07 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 52 (1H, dd, J=9.0, 2.7Hz), 7. 58-7.61 (2H, m), 7. 95 (1H, d, J=2.7Hz), 8. 71 (1H, d, J=7.5Hz), 10. 90 (1H, s), 12. 23 (1H, s).

例88:化合物番号88の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-クロロ-5-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:49.1%

<sup>1</sup>H-NMR (DMSO-d<sub>6</sub>):  $\delta$  7. 09 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 53 (1H, dd, J=9.0, 3.0Hz), 7. 55 (1H, dd, J=8.4, 2.7Hz), 7. 83 (1H, d, J=8.4Hz), 7. 98 (1H, d, J=3.0Hz), 8. 88 (1H, d, J=2.7Hz), 11. 14 (1H, s), 12. 39 (1H, s).

例89:化合物番号89の化合物の製造

原料として、5-クロローN-[2-クロロー5-(トリフルオロメチル)フェニル]-2-ヒドロキシベンズアミド(化合物番号88)、及びアセチルクロリドを用いて例5と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:34.0%

<sup>1</sup>H-NMR (CDCl<sub>3</sub>):  $\delta$  2. 39 (3H, s), 7. 16 (1H, d, J = 8. 7Hz), 7. 37 (1H, ddd, J=8. 7, 2. 4, 0. 6Hz), 7. 51-7. 56 (2H, m), 7. 97 (1H, d, J=3. 0Hz), 8.

85 (1H, s), 8. 94 (1H, d, J=1. 8Hz).

例90:化合物番号90の化合物の製造

原料として、5-ブロモサリチル酸、及び2-クロロ-5-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:34.2%

<sup>1</sup>H-NMR (DMSO-d<sub>6</sub>):  $\delta$  7. 04 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 56 (1H, ddd, J=8.1, 2.4, 1.2Hz), 7. 64 (1H, dd, J=8.7, 2.7Hz), 7. 83 (1H, dd, J=8.1, 1.2Hz), 8. 11 (1H, d, J=2.7Hz), 8. 87 (1H, d, J=2.4Hz), 11. 12 (1H, s), 12. 42 (1H, s).

例91:化合物番号91の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-ニトロ-5-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:8.1%

<sup>1</sup>H-NMR (DMSO-d<sub>6</sub>):  $\delta$  7. 08 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 53 (1H, dd, J=8.7, 2.7Hz), 7. 73 (1H, dd, J=8.4, 1.8Hz), 7. 95 (1H, d, J=3.0Hz), 8. 36 (1H, d, J=8.7Hz), 9. 01 (1H, d, J=1.8Hz), 12. 04 (1H, s), 12. 20 (1H, s).

例92:化合物番号92の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-メチル-5-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:73.3%

 $^{1}H-NMR$  (DMSO- $d_{6}$ ):  $\delta$  2. 39 (3H, s), 7. 07 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 44-7. 54 (3H, m), 7. 99 (1H, d, J=3. 0Hz), 8. 43 (1H, s), 10. 52 (1H, s), 12. 17 (1H, brs).

例93:化合物番号93の化合物の製造

原料として、5-ブロモサリチル酸、及び3-メトキシ-5-(トリフルオロメ チル)アニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:58.8%

<sup>1</sup>H-NMR (DMSO-d<sub>6</sub>):  $\delta$  3. 85 (3H, s), 6. 98 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 03 (1H, s), 7. 57-7. 61 (2H, m), 7. 77 (1H, s), 8. 00 (1H, d, J=2. 4Hz), 10. 57 (1H, s), 11. 56 (1H, s).

例94:化合物番号94の化合物の製造

原料として、5-ブロモサリチル酸、及び2-メトキシ-5-(トリフルオロメ チル)アニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:71.3%

<sup>1</sup>H-NMR (DMSO-d<sub>6</sub>):  $\delta$  3. 99 (3H, s), 7. 03 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 30 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 47-7. 51 (1H, m), 7. 61 (1H, dd, J=9. 0, 2. 4Hz), 8. 10 (1H, d, J=2. 4Hz), 8. 82 (1H, d, J=2. 1Hz) 11. 03 (1H, s), 12. 19 (1H, s).

例95:化合物番号95の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-メトキシ-5-(トリフルオロメ チル)アニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:83.4%

<sup>1</sup>H-NMR (DMSO-d<sub>6</sub>):  $\delta$  4. 00 (3H, s), 7. 08 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 30 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 47-7. 52 (2H, m), 7. 97 (1H, d, J=2. 7Hz), 8. 83 (1H, d, J=2. 4Hz), 11. 05 (1H, s), 12. 17 (1H, s).

例96:化合物番号96の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-メチルスルファニル-5-(トリ

フルオロメチル)アニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。 収率:79.2%

<sup>1</sup>H-NMR (DMSO-d<sub>6</sub>):  $\delta$  2. 57 (3H, s), 7. 07 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 52 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 7. 55 (1H, dd, J=8.4, 1. 5Hz), 7. 63 (1H, d, J=8.1Hz), 8. 00 (1H, d, J=2.4Hz), 8. 48 (1H, d, J=1.5Hz), 10. 79 (1H, s), 12. 26 (1H, s).

例 9 7:化合物番号 9 7 の化合物の製造

原料として、5-ブロモサリチル酸、及び2-(1-ピロリジニル)-5-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:44.5%

<sup>1</sup>H-NMR (DMSO-d<sub>6</sub>):  $\delta$  1. 86-1. 91 (4H, m), 3. 20 -3. 26 (4H, m), 6. 99 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 07 (1 H, d, J=8. 7Hz), 7. 43 (1H, dd, J=8. 7, 2. 1Hz), 7. 62 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 7. 94 (1H, d, J=2. 1Hz), 8. 17 (1H, d, J=2. 4Hz), 10. 54 (1H, s), 12. 21 (1H, s).

例98:化合物番号98の化合物の製造

原料として、5-ブロモサリチル酸、及び2-モルホリノー5-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:65.9%

<sup>1</sup>H-NMR (DMSO-d<sub>6</sub>):  $\delta$  2. 90 (4H, dd, J=4. 5, 4. 2Hz), 3. 84 (4H, dd, J=4. 8, 4. 2Hz), 7. 09 (1H, d, J=8. 4Hz), 7. 48 (2H, s), 7. 61 (1H, dd, J=8. 4, 2. 7Hz), 8. 13 (1H, d, J=2. 7Hz), 8. 90 (1H, s), 11. 21 (1H, s), 12. 04 (1H, s).

例99:化合物番号99の化合物の製造

原料として、5-ニトロサリチル酸、及び2-クロロ-5-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 31. 1%

÷

<sup>1</sup>H-NMR (DMSO-d<sub>6</sub>):  $\delta$  6. 98 (1H, d, J=9. 3Hz), 7. 52 (1H, dd, J=8. 4, 2. 1Hz), 7. 81 (1H, d, J=8. 4 Hz), 8. 21 (1H, dd, J=9. 0, 3. 3Hz), 8. 82 (1H, d, J=3. 0Hz), 8. 93 (1H, d, J=2. 4Hz), 12. 18 (1H, s).

例100:化合物番号100の化合物の製造

原料として、5-メチルサリチル酸、及び2-クロロ-5-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:15.8%

<sup>1</sup>H-NMR (CDCl<sub>3</sub>): δ 2.36 (3H, s), 6.95 (1H, d, J = 8.1Hz), 7.26-7.31 (2H, m), 7.37 (1H, dd, J = 8.4, 1.8Hz), 7.56 (1H, d, J=8.4Hz), 8.65 (1H, brs), 8.80 (1H, d, J=1.8Hz), 11.33 (1H, brs). 例101:化合物番号101の化合物の製造

原料として、5-メトキシサリチル酸、及び2-クロロ-5-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:56.4%

<sup>1</sup>H-NMR (DMSO-d<sub>6</sub>):  $\delta$  3. 77 (3H, s), 6. 91 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 07 (1H, dd, J=8. 7, 3. 0Hz), 7. 20 (1H, t, J=1. 8Hz), 7. 52-7. 54 (3H, m), 10. 33 (1H, s), 11. 44 (1H, s).

例102:化合物番号102の化合物の製造

原料として、5-メチルサリチル酸、及び2-メチル-5-(トリフルオロメチ

ル) アニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:14.2%、白色固体

 $^{1}H-NMR (DMSO-d_{6}): \delta$  2. 29 (3H, s), 2. 38 (3H, s),

6. 94 (1H, d, J=8.4Hz), 7. 27. (1H, ddd, J=8.4,

2. 4, 0. 6 Hz), 7. 44 (1H, dd, J=8. 1, 1. 5 Hz), 7.

52 (1H, d, J=7.8Hz), 7.84 (1H, d, J=2.4Hz), 8.

46 (1H, d, J=1.5Hz), 10.55 (1H, s), 11.72 (1H, s).

例103:化合物番号103の化合物の製造

原料として、5-メチルサリチル酸、及び2-メトキシ-5-(トリフルオロメ チル)アニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:77.9%

 $^{1}H-NMR$  (CDCl<sub>3</sub>):  $\delta$  2. 35 (3H, s), 4. 02 (3H, s),

6. 93 (1H, d, J=9. 0Hz), 6. 98 (1H, d, J=8. 4Hz),

7. 25-7. 28 (2H, m), 7. 36 (1H, ddd, J=8. 4, 2. 1,

0. 9 Hz), 8. 65 (1 H, b r s), 8. 73 (1 H, d, J = 2.1 Hz),

11. 69 (1H, s).

例104:化合物番号104の化合物の製造

原料として、5 ークロロサリチル酸、及び3 ーブロモー5 ー (トリフルオロメチル) アニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:37.1%

<sup>1</sup>H-NMR (DMSO-d<sub>6</sub>):  $\delta$  7. 03 (1H, d, J=9.3Hz), 7. 48 (1H, dd, J=8.7, 2.4Hz), 7. 72 (1H, s), 7. 84 (1H, d, J=2.7Hz), 8. 16 (1H, s), 8. 28 (1H, s), 1 0. 69 (1H, s), 11. 42 (1H, s).

例105:化合物番号105の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3-メトキシ-5-(トリフルオロメ

チル) アニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:68.0%

<sup>1</sup>H-NMR (DMSO-d<sub>6</sub>):  $\delta$  3. 85 (3H, s), 7. 02 (1H, s), 7. 03 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 48 (1H, dd, J=8. 7, 2. 7Hz), 7. 61 (1H, s), 7. 77 (1H, s), 7. 88 (1H, d, J=2. 7Hz), 10. 57 (1H, s), 11. 53 (1H, s).

例106:化合物番号106の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-モルホリノー5-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:64.8%

<sup>1</sup>H-NMR (DMSO-d<sub>6</sub>):  $\delta$  2. 90 (4H, m), 3. 84 (4H, m), 7. 15 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 48 (2H, s), 7. 50 (1H, dd, J=9. 0, 2. 7Hz), 8. 00 (1H, d, J=2. 7Hz), 8. 91 (1H, s), 11. 24 (1H, s), 12. 05 (1H, s).

例107:化合物番号107の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-ブロモ-5-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:59.2%

<sup>1</sup>H-NMR (DMSO-d<sub>6</sub>):  $\delta$  7. 10 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 48 (1H, dd, J=8.4, 2.1Hz), 7. 53 (1H, dd, J=8. 7, 3.0Hz), 7. 97-7. 99 (2H, m), 8. 81 (1H, d, J=2.1Hz), 11.03 (1H, s), 12.38 (1H, s).

例108:化合物番号108の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3-アミノ-5-トリフルオロメチル 安息香酸メチルエステルを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:67.0%

 $^{1}H-NMR$  (DMSO-d<sub>6</sub>):  $\delta$  3. 91 (3H, s), 7. 02 (1H, d,

J=9.3Hz), 7. 43 (1H, dd, J=9.0, 2. 4Hz), 7. 57 (1H, d, J=2.4Hz), 8. 13 (1H, s), 8. 23 (1H, s), 8. 29 (1H, s), 8. 36 (1H, s), 11. 52 (1H, s).

例109:化合物番号109の化合物の製造

5-クロロー2-ヒドロキシーNー[3-メトキシカルボニルー5ー(トリフルオロメチル)フェニル]ベンズアミド(化合物番号108;105mg,0.281mmol)のメタノール(2.5mL)懸濁液に、2規定水酸化ナトリウム水溶液(0.6mL)を加え、室温で3時間攪拌した。反応液に水を加え、酢酸エチルで洗浄した。水層に希塩酸を加え酸性とした後、酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を水、飽和食塩水で順次洗浄、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をイソプロピルエーテルで結晶化して、標題化合物の白色固体(100mg,99.0%)を得た。

<sup>1</sup>H-NMR (DMSO-d<sub>6</sub>):  $\delta$  7. 04 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 49 (1H, dd, J=8.7, 2.7Hz), 7. 91 (1H, d, J=2.7 Hz), 7. 93 (1H, s), 8. 43 (1H, s), 8. 59 (1H, s), 1 0. 78 (1H, s), 11. 48 (1H, s).

例110:化合物番号110の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-(2-ナフチルオキシ)-5-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:89.6%

 $^{1}$ H-NMR (CDCl<sub>3</sub>):  $\delta$  6. 94 (1H, d, J=9.6Hz), 6. 98 (1H, d, J=9.2Hz), 7. 25-7. 41 (4H, m), 7. 48-7. 57 (3H, m), 7. 81 (1H, d, J=6.9Hz), 7. 88 (1H, d, J=6.9Hz), 7. 95 (1H, d, J=8.9Hz), 8. 72 (1H, s), 8. 83 (1H, d, J=2.0Hz), 11. 70 (1H, s).

例111:化合物番号111の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-(2,4-ジクロロフェノキシ) -5-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題 化合物を得た。

収率: 4. 7%

<sup>1</sup>H-NMR (CDCl<sub>3</sub>):  $\delta$  6. 78 (1H, d, J=8. 9Hz), 7. 0 2 (1H, d, J=8. 6Hz), 7. 16 (1H, d, J=8. 6Hz), 7. 33-7. 38 (3H, m), 7. 42 (1H, dd, J=8. 6, 2. 6Hz), 7. 49 (1H, d, J=2. 6Hz) 7. 58 (1H, d, J=2. 3Hz), 8. 66 (1H, brs,), 8. 82 (1H, d, J=2. 0Hz), 11. 65 (1H, s).

例112:化合物番号112の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-[(4-トリフルオロメチル) ピペリジノ]-5-(トリフルオロメチル) アニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:60.5%

<sup>1</sup>H-NMR (CDC1<sub>3</sub>): δ 1. 85-2. 05 (2H, m), 2. 15 (2 H, d, J=10. 9Hz), 2. 28 (1H, m), 2. 82 (2H, t, J=11. 0Hz), 3. 16 (2H, d, J=12. 2Hz), 7. 02 (1H, d, J=8. 9Hz), 7. 31 (1H, d, J=8. 3Hz), 7. 42 (2H, m), 7. 50 (1H, d, J=2. 6Hz), 8. 75 (1H, s), 9. 60 (1H, s), 11. 94 (1H, s)

例113:化合物番号113の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-(2, 2, 2-トリフルオロエトキシ)-5-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例3と同様の操作を行い、 標題化合物を得た。

収率:94.5%

 $^{1}H-NMR$  (CDC1<sub>3</sub>):  $\delta$  4. 58 (2H, q, J=7. 9Hz), 6. 9

9-7.05 (2H, m), 7. 41-7.50 (3H, m), 8. 63 (1H, brs), 8. 79 (1H, d, J=2.0Hz), 11. 59 (1H, s).

例114:化合物番号114の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-(2-メトキシフェノキシ)-5-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:80.6%

<sup>1</sup>H-NMR (DMSO-d<sub>6</sub>):  $\delta$  3. 74 (3H, s), 6. 70 (1H, d, J=8. 4Hz), 7. 02 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 07 (1H, d d, J=1. 5, 7. 8Hz), 7. 24-7. 39 (4H, m), 7. 49 (1H, dd, J=3. 0, 8. 7Hz), 8. 00 (1H, d, J=3. 0Hz), 8. 92 (1H, d, J=2. 1Hz), 11. 36 (1H, s), 12. 18 (1H, s).

例115:化合物番号115の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-(4-クロロ-3, 5-ジメチルフェノキシ)-5-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 91.5%

<sup>1</sup>H-NMR (DMSO-d<sub>6</sub>):  $\delta$  2. 34 (6H, s), 7. 03 (1H, d, J=8.8Hz), 7. 05 (1H, d, J=8.1Hz), 7. 11 (2H, s), 7. 43-7. 47 (1H, m), 7. 48 (1H, dd, J=2.9, 8.8Hz), 7. 97 (1H, d, J=2.6Hz), 8. 94 (1H, d, J=2.2Hz), 11. 25 (1H, s), 12. 12 (1H, s).

例116:化合物番号116の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-ピペリジノ-5-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:73.7%

<sup>1</sup>H-NMR (CDCl<sub>3</sub>):  $\delta$  1. 68-1. 72 (2H, m), 1. 80-1. 88 (4H, m), 2. 89 (4H, t, J=5. 2Hz), 7. 01 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 31 (1H, d, J=8. 4Hz), 7. 39-7. 43 (2H, m), 7. 55 (1H, d, J=2. 4Hz), 8. 73 (1H, d, J=1. 8Hz), 9. 71 (1H, s), 12. 05 (1H, s)

例117:化合物番号117の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-(4-メチルフェノキシ)-5-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物 を得た。

収率:67.3%

<sup>1</sup>H-NMR (DMSO-d<sub>6</sub>):  $\delta$  2. 33 (3H, s), 6. 93 (1H, d, J=8. 8Hz), 7. 03 (1H, dd, J=0. 5, 8. 8Hz), 7. 12 (2H, d, J=8. 2Hz), 7. 29 (2H, d, J=8. 5Hz), 7. 4 3 (1H, dd, J=2. 0, 8. 6Hz), 7. 48 (1H, ddd, J=0. 8, 2. 7, 8. 8Hz), 7. 98 (1H, dd, J=0. 8, 2. 7Hz), 8. 94 (1H, d, J=2. 2Hz), 11. 29 (1H, s), 12. 15 (1H, s).

例118:化合物番号118の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-(4-クロロフェノキシ)-5-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物 を得た。

収率:74.5%

<sup>1</sup>H-NMR (DMSO-d<sub>6</sub>):  $\delta$  7. 01 (1H, d, J=8.8Hz), 7. 06 (1H, d, J=8.5Hz), 7. 22 (1H, d, J=8.5Hz), 7. 43-7. 48 (2H, m), 7. 50 (2H, d, J=8.2Hz), 7. 94 (1H, dd, J=0.5, 2.7Hz), 8. 92 (1H, d, J=2.2Hz), 11. 20 (1H, s), 12. 10 (1H, s).

例119:化合物番号119の化合物の製造

原料として、5-クロロ-2-ヒドロキシニコチン酸、及び2-クロロ-5-(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例75と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:42.9%

<sup>1</sup>H-NMR (DMSO-d<sub>6</sub>):  $\delta$  7. 52 (1H, dd, J=8. 4, 2. 1Hz), 7. 81 (1H, d, J=8. 4Hz), 8. 16 (1H, s), 8. 3 9 (1H, d, J=2. 7Hz), 8. 96 (1H, d, J=2. 1Hz), 12. 76 (1H, s), 13. 23 (1H, s).

例120:化合物番号120の化合物の製造

原料として、O-アセチルサリチル酸クロリド、及び3,5-ジクロロアニリンを用いて例1と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:73.5%

mp 167-168°C.

<sup>1</sup>H-NMR (CDCl<sub>3</sub>): δ 2.35 (3H, s), 7.14-7.18 (2H, m), 7.35-7.40 (1H, m), 7.52-7.57 (3H, m), 7.81 (1H, dd, J=7.8, 1.8Hz), 8.05 (1H, brs). 例121:化合物番号121の化合物の製造

原料として、2-アセトキシ-N-(3,5-ジクロロフェニル)ベンズアミド (化合物番号 <math>121)を用いて例 2と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:60.3%

mp 218-219°C.

<sup>1</sup>H-NMR (DMSO-d<sub>6</sub>):  $\delta$  6. 95-7. 02 (2H, m), 7. 35 -7. 36 (1H, m), 7. 42-7. 47 (1H, m), 7. 83-7. 87 (3H, m), 10. 54 (1H, s), 11. 35 (1H, s).

例122:化合物番号122の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2,5-ジクロロアニリンを用いて例

3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:10.8%

 $^{1}H-NMR$  (DMSO-d<sub>6</sub>):  $\delta$  7. 08 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 24-7. 28 (1H, m), 7. 50-7. 54 (1H, m), 7. 61 (1H, dd, J=9.0, 3.0Hz), 7. 97 (1H, d, J=2.7Hz), 8. 58 (1H, d, J=2.4Hz), 11. 02 (1H, s), 12. 35 (1H, brs).

例123:化合物番号123の化合物の製造

原料として、5-ブロモサリチル酸、及び3,5-ジフルオロアニリンを用いて 例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:36.3%

mp 259-261°C.

<sup>1</sup>H-NMR (DMSO-d<sub>6</sub>):  $\delta$  6. 96-7. 04 (2H, m), 7. 45-7. 54 (2H, m), 7. 58 (1H, dd, J=8. 7, 2. 7Hz), 7. 94 (1H, d, J=2. 7Hz), 10. 60 (1H, s) 11. 48 (1H, s).

例124:化合物番号124の化合物の製造

原料として、5-フルオロサリチル酸、及び3,5-ジクロロアニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:33.3%

mp 258-260°C.

<sup>1</sup>H-NMR (DMSO-d<sub>6</sub>):  $\delta$  7. 00-7. 05 (1H, m), 7. 28 -7. 37 (2H, m), 7. 63 (1H, dd, J=9. 3, 3. 3Hz), 7. 84 (2H, d, J=2. 1Hz), 10. 56 (1H, s), 11. 23 (1H, s).

例125:化合物番号125の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3,5-ジクロロアニリンを用いて例

3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:41.2%

 $^{1}H-NMR$  (DMSO-d<sub>6</sub>):  $\delta$  7.03 (1H, d, J=9.0Hz), 7.36-7.37 (1H, m), 7.48 (1H, dd, J=8.7, 2.7Hz), 7.83-7.84 (3H, m), 10.56 (1H, s), 11.44 (1H, s).

例126:化合物番号126の化合物の製造

原料として、5-ブロモサリチル酸、及び3,5-ジクロロアニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:61.6%

mp 243-244°C.

<sup>1</sup>H-NMR (DMSO-d<sub>6</sub>):  $\delta$  6. 98 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 36-7. 37 (1H, m), 7. 59 (1H, dd, J=9. 0, 2. 4Hz), 7. 83 (2H, d, J=1. 8Hz), 7. 95 (1H, d, J=2. 4Hz), 10. 56 (1H, s), 11. 46 (1H, s).

例127:化合物番号127の化合物の製造

原料として、5-ヨードサリチル酸、及び3,5-ジクロロアニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:65.4%

mp 244-245°C.

 $^{1}H-NMR$  (DMSO-d<sub>6</sub>):  $\delta$  6. 84 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 35-7. 37 (1H, m), 7. 72 (1H, dd, J=9.0, 2.1 Hz), 7. 83 (2H, d, J=1.8Hz), 8. 09 (1H, d, J=2.1Hz), 10. 55 (1H, s), 11. 45 (1H, s).

例128:化合物番号128の化合物の製造

原料として、3,5-ジブロモサリチル酸、及び3,5-ジクロロアニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:44.2%

mp 181-182°C.

<sup>1</sup>H-NMR (DMSO-d<sub>6</sub>):  $\delta$  7. 42-7. 43 (1H, m), 7. 80 (2H, d, J=1.8Hz), 8. 03 (1H, d, J=2.1Hz), 8. 1 7 (1H, d, J=2.1Hz), 10. 82 (1H, s).

例129:化合物番号129の化合物の製造

原料として、4 ークロロサリチル酸、及び3,5 ージクロロアニリンを用いて例3 と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:57.2%

mp 255-256°C.

 $^{1}H-NMR$  (DMSO-d<sub>6</sub>):  $\delta$  7. 03-7. 06 (2H, m), 7. 34 -7. 36 (1H, m), 7. 82-7. 85 (3H, m), 10. 51 (1H, s), 11. 70 (1H, brs).

例130:化合物番号130の化合物の製造

原料として、5-ニトロサリチル酸、及び3,5-ジクロロアニリンを用いて例 3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:83.1%

mp 232-233°C.

<sup>1</sup>H-NMR (DMSO-d<sub>6</sub>):  $\delta$  7. 16 (1H, d, J=9.6Hz), 7. 37-7. 39 (1H, m), 7. 84 (1H, d, J=2.1Hz), 8. 29 (1H, dd, J=9.0, 3.0Hz), 8. 65 (1H, d, J=3.0 Hz), 10. 83 (1H, s).

例131:化合物番号131の化合物の製造

原料として、5-メチルサリチル酸、及び3,5-ジクロロアニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:71.0%

mp  $216-217^{\circ}$ C.

<sup>1</sup>H-NMR (DMSO-d<sub>6</sub>): δ 2.28 (3H, s), 6.90 (1H, d, J=8.4Hz), 7.26 (1H, dd, J=8.7, 1.8Hz), 7.34-7.36 (1H, m), 7.67 (1H, d, J=1.5Hz), 7.85 (2H, d, J=1.8Hz), 10.52 (1H, s), 11.15 (1H, s). 例132:化合物番号132の化合物の製造

原料として、5-メトキシサリチル酸、及び3,5-ジクロロアニリンを用いて 例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:29.8%

à

mp 230-232°C.

<sup>1</sup>H-NMR (DMSO-d<sub>6</sub>): δ 3.76 (3H, s), 6.95 (1H, d, J=8.7Hz), 7.08 (1H, dd, J=9.0, 3.0Hz), 7.35-7.36 (1H, m), 7.40 (1H, d, J=3.0Hz), 7.85 (2H, d, J=1.5Hz), 10.55 (1H, s), 10.95 (1H, s). 例133: 化合物番号133の化合物の製造

原料として、5-ブロモサリチル酸、及び3,5-ジニトロアニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:32.2%

mp 258-260°C.

<sup>1</sup>H-NMR (DMSO-d<sub>6</sub>):  $\delta$  6. 98-7. 02 (1H, m), 7. 59-7. 63 (1H, m), 7. 96-7. 97 (1H, m), 8. 56-8. 58 (1H, m), 9. 03-9. 05 (2H, m), 11. 04 (1H, s), 11. 39 (1H, brs).

例134:化合物番号134の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2,5-ビス[(1,1-ジメチル)エチル]アニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:75.7%

 $^{1}H-NMR (DMSO-d_{6}): \delta$  1. 27 (9H, s), 1. 33 (9H, s),

7. 04 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 26 (1H, dd, J=8. 4, 2. 1Hz), 7. 35-7. 38 (2H, m), 7. 49 (1H, dd, J=8. 7, 2. 7Hz), 8. 07 (1H, d, J=2. 4Hz), 10. 22 (1H, s), 12. 38 (1H, brs).

例135:化合物番号135の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び5-[(1,1-ジメチル)エチル]-2-メトキシアニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:89.5%

<sup>1</sup>H-NMR (DMSO-d<sub>6</sub>):  $\delta$  1. 28 (9H, s), 3. 33 (3H, s), 7. 01 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 05 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 11 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 7. 47 (1H, dd, J= 9. 0, 3. 0Hz), 7. 99 (1H, d, J=3. 0Hz), 8. 49 (1H, d, J=2. 4Hz), 10. 78 (1H, s), 12. 03 (1H, s).

例136:化合物番号136の化合物の製造

原料として、5-クロロ-N-  $\{5-$ [(1, 1-ジメチル) エチル] -2-メト キシフェニル $\}$  -2-ヒドロキシベンズアミド (化合物番号135)、及びアセチ ルクロリドを用いて例5と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:87.5%

<sup>1</sup>H-NMR (CDCl<sub>3</sub>):  $\delta$  1. 35 (9H, s), 2. 37 (3H, s), 3. 91 (3H, s), 6. 86 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 12 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 7. 13 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 47 (1H, dd, J=9. 0, 2. 4Hz), 8. 02 (1H, d, J=2. 7Hz), 8. 66 (1H, d, J=2. 4Hz), 8. 93 (1H, s).

例137:化合物番号137の化合物の製造

原料として、5-ブロモサリチル酸、及び3,5-ジメチルアニリンを用いて例 3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:58.1%

mp 188-190°C.

<sup>1</sup>H-NMR (DMSO-d<sub>6</sub>):  $\delta$  2. 28 (6H, s), 6. 80 (1H, s), 6. 96 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 33 (2H, s), 7. 58 (1H, dd, J=9. 0, 2. 4Hz), 8. 10 (1H, d, J=2. 4Hz), 10. 29 (1H, s), 11. 93 (1H, brs).

例138:化合物番号138の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3,5-ビス[(1,1-ジメチル) エチル]アニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:34.1%

<sup>1</sup>H-NMR (CDCl<sub>3</sub>): δ 1. 26 (18H, s), 6. 99 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 29 (1H, t, J=1. 8Hz), 7. 39 (1、dd、J=9. 0, 2. 4Hz), 7. 41 (2H, d, J=1. 5Hz), 7. 51 (1H, d, J=2. 1Hz), 7. 81 (1H, brs), 12. 01 (1H, s). 例139: 化合物番号139の化合物の製造

原料として、 $N-\{3,5-ビス[(1,1-ジメチル) エチル] フェニル\}-5$  -クロロ-2-ヒドロキシベンズアミド(化合物番号138)、及びアセチルクロリドを用いて例5と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:66.1%

<sup>1</sup>H-NMR (CDCl<sub>3</sub>):  $\delta$  1. 34 (18H, s), 2. 36 (3H, s), 7. 12 (1H, d, J=8. 4Hz), 7. 25 (1H, d, J=1. 5Hz), 7. 44 (2H, d, J=1. 2Hz), 7. 47 (1H, dd, J=8. 7, 2. 7Hz), 7. 87 (1H, d, J=2. 4Hz), 7. 98 (1H, s).

例140:化合物番号140の化合物の製造

原料として、5-ブロモサリチル酸、及び3,5-ビス[(1,1-ジメチル)エチル]アニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:45.2%

 $^{1}H-NMR$  (DMSO-d<sub>6</sub>):  $\delta$  1. 30 (18H, s), 6. 95 (1H,

d, J=8. 7Hz), 7. 20 (1H, t, J=1. 5Hz), 7. 56 (2H, d, J=1. 5Hz), 7. 58 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 8. 12 (1H, d, J=2. 7Hz), 10. 39 (1H, s), 11. 98 (1H, s).

例141:化合物番号141の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3-アミノ-4-メトキシビフェニル を用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:37.0%

 $^{1}H-NMR$  (DMSO-d<sub>6</sub>):  $\delta$  3. 95 (3H, s), 7. 08 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 20 (1H, d, J=8. 4Hz), 7. 34 (1H, t, J=7. 2Hz), 7. 40-7. 50 (4H, m), 7. 62 (1H, d, J=8. 7Hz), 8. 00 (1H, d, J=3. 0Hz), 8. 77 (1H, d, J=2. 1Hz), 10. 92 (1H, s), 12. 09 (1H, s).

例142:化合物番号142の化合物の製造

原料として、5 ーブロモサリチル酸、及び2, 5 ージメトキシアニリンを用いて 例3 と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:39.7%

<sup>1</sup>H-NMR (DMSO-d<sub>6</sub>):  $\delta$  3. 72 (3H, s), 3. 84 (3H, s), 6. 66 (1H, ddd, J=9. 0, 3. 0, 0. 6Hz), 6. 99-7. 0 3 (2H, m), 7. 58 (1H, ddd, J=9. 0, 2. 7, 0. 6Hz), 8. 10 (1H, dd, J=2. 4, 0. 6Hz), 8. 12 (1H, d, J=3. 0Hz), 10. 87 (1H, s), 12. 08 (1H, s).

例143:化合物番号143の化合物の製造

原料として、5-ブロモサリチル酸、及び3,5-ジメトキシアニリンを用いて 例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:40.3%

mp 207-209°C.

<sup>1</sup>H-NMR (DMSO-d<sub>6</sub>):  $\delta$  3. 75 (6H, s), 6. 30-6. 32 (1H, m), 6. 94-6. 97 (3H, m), 7. 57 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 8. 04 (1H, d, J=2. 4Hz), 10. 32 (1H, s), 11. 78 (1H, s).

例144:化合物番号144の化合物の製造

原料として、5-ブロモサリチル酸、及び5-アミノイソフタル酸 ジメチルエステルを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:74.1%

i.

mp 254-256°C.

<sup>1</sup>H-NMR (DMSO-d<sub>6</sub>):  $\delta$  3. 92 (6H, s), 6. 97 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 60 (1H, dd, J=9. 0, 2. 4Hz), 8. 06 (1H, d, J=2. 4Hz), 8. 24-8. 25 (1H, m), 8. 62 (2H, m), 10. 71 (1H, s), 11. 57 (1H, s).

例145:化合物番号145の化合物の製造

原料として、5-メチルサリチル酸、及び2,5-ビス[(1,1-ジメチル) エチル]アニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:61.1%

 $^{1}H-NMR (DMSO-d_{6}): \delta$  1. 27 (9H, s), 1. 33 (9H, s),

2. 28 (3H, s), 6. 89 (1H, d, J = 8.1 Hz), 7. 24 (1H,

d,  $J = 2 \cdot 1 H z$ ), 7. 27 (1H, d,  $J = 2 \cdot 1 H z$ ), 7. 32 (1H,

d, J=2.4Hz), 7.37 (1H, d, J=8.4Hz), 7.88 (1H,

d, J=1.5Hz), 10.15 (1H, s), 11.98 (1H, brs).

例146:化合物番号146の化合物の製造

原料として、5-ニトロサリチル酸、及び3,5-ビス[(1,1-ジメチル)エチル]アニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:46.7%

 $^{1}H-NMR$  (CDCl<sub>3</sub>):  $\delta$  1. 37 (18H, s), 7. 13 (1H, d,

J=9.3Hz), 7.32(1H, t, J=1.8Hz), 7.46(2H, d, J=1.8Hz), 8.07(1H, s), 8.33(1H, dd, J=9.3, 2.1Hz), 8.59(1H, d, J=2.4Hz), 13.14(1H, s). 例147:化合物番号147の化合物の製造

原料として、5-メチルサリチル酸、及び3, 5-ビス [(1, 1-ジメチル) エチル] アニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:16.3%

<sup>1</sup>H-NMR (CDCl<sub>3</sub>):  $\delta$  1. 35 (18H, s), 2. 35 (3H, s), 6. 94 (1H, d, H=8. 4Hz), 7. 23-7. 28 (2H, m), 7. 31 (1H, s), 7. 42 (1H, d, J=1. 8Hz), 7. 88 (1H, s), 11. 86 (1H, s).

例148:化合物番号148の化合物の製造

原料として、5-メトキシサリチル酸、及び3,5-ビス[(1,1-ジメチル) エチル]アニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:12.7%

<sup>1</sup>H-NMR (DMSO-d<sub>6</sub>):  $\delta$  1. 30 (18H, s), 3. 77 (3H, s), 6. 91 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 07 (1H, dd, J=8. 7, 3. 0Hz), 7. 19-7. 20 (1H, m), 7. 52-7. 54 (3H, m), 10. 33 (1H, s), 11. 44 (1H, s).

例149:化合物番号149の化合物の製造

原料として、5-メチルサリチル酸、及び5-[(1, 1-ジメチル) エチル]-2-メトキシアニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:84.7%

<sup>1</sup>H-NMR (CDCl<sub>3</sub>):  $\delta$  1. 35 (9H, s), 2. 34 (3H, s), 3. 93 (3H, s), 6. 86 (1H, d, J=8. 7Hz), 6. 93 (1H, d, J=8. 4Hz), 7. 12 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 7. 24 (1H, dd, J=8. 4, 1. 8Hz), 7. 27 (1H, brs), 8. 4

8 (1H, d, J=2.4Hz), 8.61 (1H, brs), 11.95 (1H, s).

例150:化合物番号150の化合物の製造

原料として、5-ブロモー2-ヒドロキシ-N-[3,5-ビス (メトキシカルボニル) フェニル] ベンズアミド (化合物番号144) を用いて例109と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:89.0%

<sup>1</sup>H-NMR (DMSO-d<sub>6</sub>):  $\delta$  6. 98 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 60 (1H, dd, J=8.7, 2.4Hz), 7. 24 (1H, dd, J=8.7, 2.7Hz), 8. 08 (1H, d, J=2.7Hz), 8. 24 (1H, t, J=1.5Hz), 8. 57 (2H, d, J=1.2Hz), 10. 67 (1H, s), 11. 64 (1H, s).

例151:化合物番号151の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-メチル-5- [(1-メチル) エチル] アニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:19.1%

<sup>1</sup>H-NMR (CDCl<sub>3</sub>):  $\delta$  1. 26 (6H, d, J=6.9Hz), 2. 3 0 (3H, s), 2. 87-2.96 (1H, m), 7. 00 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 08 (1H, dd, J=7.8, 1.8Hz), 7. 20 (1H, d, J=7.8Hz), 7. 40 (1H, dd, J=8.7, 2.4Hz), 7. 49 (1H, d, J=2.7Hz), 7. 50 (1H, s), 7. 71 (1H, s), 11. 99 (1H, s).

例152:化合物番号152の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2,5-ジェトキシアニリンを用いて 例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:59.2%

 $^{1}H-NMR (DMSO-d_{6}): \delta$  1. 32 (3H, t, J=6.9Hz), 1.

41 (3H, t, J=6.9Hz), 3.97 (2H, q, J=6.9Hz), 4. 06 (2H, q, J=6.9Hz), 6.61 (1H, dd, J=9.0, 3.0 Hz), 6.98 (1H, d, J=8.7Hz), 7.10 (1H, d, J=8.7Hz), 7.48 (1H, dd, J=8.7, 2.7Hz), 7.97 (1H, d, J=2.7Hz), 8.16 (1H, d, J=3.0Hz), 10.96 (1H, s), 11.91 (1H, s).

例153:化合物番号153の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2,5-ジメチルアニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:90.5%

<sup>1</sup>H-NMR (CDCl<sub>3</sub>):  $\delta$  2. 28 (3H, s), 2. 35 (3H, s), 6. 99 (1H, d, J=8. 8Hz), 7. 02 (1H, brs), 7. 15 (1H, d, J=7. 7Hz), 7. 40 (1H, dd, J=8. 8, 2. 5Hz), 7. 45 (1H, brs), 7. 49 (1H, d, J=2. 5Hz) 7. 70 (1H, br), 11. 96 (1H, brs).

例154:化合物番号154の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び5-クロロー2-シアノアニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:90.0%

<sup>1</sup>H-NMR (DMSO-d<sub>6</sub>):  $\delta$  7. 09 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 53 (1H, dd, J=8.7, 3.0Hz), 7. 82 (1H, dd, J=8.7, 2.4Hz), 7. 95 (1H, d, J=3.0Hz), 8. 07 (1H, d, J=2.4Hz), 8. 36 (1H, d, J=9.0Hz), 11. 11 (1H, s), 12. 36 (1H, s).

例155:化合物番号155の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び5-(N, N-ジエチルスルファモイル)-2-メトキシアニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得

た。

収率:44.8%

<sup>1</sup>H-NMR (CDCl<sub>3</sub>):  $\delta$  1. 17 (6H, t, J=7. 3Hz), 3. 2 9 (4H, q, J=7. 3Hz), 4. 05 (3H, s), 7. 00 (2H, dd, J=2. 3, 8. 9Hz), 7. 41 (1H, dd, J=2. 3, 8. 9Hz), 7. 48 (1H, d, J=2. 6Hz), 7. 65 (1H, dd, J=2. 3, 8. 6Hz), 8. 56 (1H, br. s), 8. 84 (1H, d, J=2. 3Hz), 11. 82 (1H, s).

例156:化合物番号156の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-クロロ-5-ニトロアニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:73.3%

<sup>1</sup>H-NMR (CD<sub>3</sub>OD):  $\delta$  6. 98 (1H, d, J=8. 6Hz), 7. 4 3 (1H, dd, J=2. 6, 8. 6Hz), 7. 74 (1H, d, J=8. 9Hz), 7. 99 (1H, dd, J=3. 0, 8. 9Hz), 8. 08 (1H, d, J=2. 6Hz), 9. 51 (1H, d, J=2. 6Hz)

例157:化合物番号157の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び5-(N-フェニルカルバモイル)-2-メトキシアニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。 収率:40.3%

<sup>1</sup>H-NMR (DMSO-d<sub>6</sub>):  $\delta$  3. 99 (3H, s), 7. 09 (2H, d d, J=6. 6, 6. 9Hz), 7. 24 (1H, d, J=8. 6Hz), 7. 3 5 (2H, dd, 6. 9, 7. 3Hz), 7. 49 (1H, d, J=2. 3, 8. 9Hz), 7. 77 (3H, d, J=8. 6Hz), 8. 00 (1H, s), 8. 9 7 (1H, s), 10. 17 (1H, s), 10. 91 (1H, s), 12. 11 (1H, s).

例158:化合物番号158の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2,5-ジメトキシアニリンを用いて 例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:73.9%

 $^{1}$ H-NMR (CDCl<sub>3</sub>):  $\delta$  3. 82 (3H, s), 3. 93 (3H, s), 6. 66 (1H, dd, J=3. 0, 8. 9Hz), 6. 86 (1H, d, J=8. 9Hz), 6. 98 (1H, d, J=8. 9Hz), 7. 39 (1H, dd, J=2. 6, 8. 9Hz), 7. 47 (1H, d, J=2. 6Hz), 8. 08 (1H, d, J=3. 0Hz), 8. 60 (1H, br. s), 12. 03 (1H, s).

例159:化合物番号159の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び5-アセチルアミノ-2-メトキシア ニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:16.9%

<sup>1</sup>H-NMR (DMSO-d<sub>6</sub>):  $\delta^{\dagger}$  2. 01 (3H, s), 3. 85 (3H, s), 7. 03 (2H, t, J=9. 6Hz), 7. 49 (2H, dd, J=8. 9, 9. 2Hz), 7. 96 (1H, s), 8. 51 (1H, s), 9. 87 (1H, s), 10. 82 (1H, s), 12. 03 (1H, d, J=4. 0Hz).

例160:化合物番号160の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び5-メトキシ-2-メチルアニリンを 用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:100%

<sup>1</sup>H-NMR (CDCl<sub>3</sub>):  $\delta$  2. 29 (3H, s), 3. 82 (3H, s), 6. 75 (1H, dd, J=2. 6, 8. 2Hz), 7. 00 (1H, d, J=8. 9Hz), 7. 16 (1H, d, J=8. 6Hz), 7. 38 (1H, d, 2. 3Hz), 7. 41 (1H, dd, J=2. 3, 8. 9Hz), 7. 48 (1H, d, J=2. 3Hz), 7. 70 (1H, br. s), 11. 92 (1H, s).

例161:化合物番号161の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2、5-ジブトキシアニリンを用いて

例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:73.9%

<sup>1</sup>H-NMR (CDCl<sub>3</sub>): δ 0. 98 (3H, t, J=7. 2Hz), 1. 0 5 (3H, t, J=7. 2Hz), 1. 44-1. 65 (4H, m), 1. 72-1. 79 (2H, m), 1. 81-1. 91 (2H, m), 3. 97 (2H, t, J=6. 3Hz), 4. 07 (2H, t, J=6. 3Hz), 6. 64 (1H, dd, J=9. 0, 3. 0Hz), 6. 85 (1H, d, J=9. 3Hz), 6. 9 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 39 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 7. 44 (1H, d, J=2. 7Hz), 8. 08 (1H, d, J=3. 0Hz), 8. 76 (1H, s), 12. 08 (1H, s).

例162:化合物番号162の化合物の製造

原料として、5 ークロロサリチル酸、及び2,5 ージイソペンチルオキシシアニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:59.7%

<sup>1</sup>H-NMR (CDCl<sub>3</sub>): δ 0. 97 (6H, d, J=6. 6Hz), 1. 0 3 (6H, d, 6. 6Hz), 1. 64-1. 98 (6H, m), 3. 99 (2H, t, J=6. 6Hz), 4. 09 (2H, t, J=6. 3Hz), 6. 63 (1H, dd, J=8. 7, 3. 0Hz), 6. 85 (1H, d, J=8. 7Hz), 6. 98 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 38 (1H, dd, J=9. 0, 2. 4Hz), 7. 43 (1H, d, J=2. 7Hz), 8. 09 (1H, d, J=3. 0Hz), 8. 75 (1H, s), 12. 08 (1H, s).

例163:化合物番号163の化合物の製造

原料として、5 ークロロサリチル酸、及び5 ーカルバモイルー2 ーメトキシアニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:31.2%

 $^{1}H-NMR (CD_{3}OD): \delta$  4. 86 (3H, s), 6. 93 (1H, d, J = 7. 6Hz), 7. 18 (1H, d, J=8. 6Hz), 7. 35 (1H, dd,

J=3.0,7.6Hz),7.47 (1H,dd,J=2.0,8.6Hz),8.00 (1H,d,J=3.0Hz),8.80 (1H,d,J=2.0Hz).例164:化合物番号164の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び5-[(1, 1-ジメチル) プロピル] -2-フェノキシアニリンを用いて例 3 と同様の操作を行い、標題化合物を得た。 収率:65.2%

<sup>1</sup>H-NMR (CDCl<sub>3</sub>):  $\delta$  0. 69 (3H, t, J=7.6Hz), 1. 2 9 (6H, s), 1. 64 (2H, q, J=7.6Hz), 6. 91 (1H, dd, J=1.7, 7.6Hz), 6. 96 (1H, d, J=8.9Hz), 7. 03 (2 H, d, J=8.9Hz), 7. 10 (1H, dt, J=1.7, 7.6Hz), 7. 16 (1H, dt, J=1.7, 7.6Hz), 7. 16 (1H, dt, J=1.7, 7.6Hz), 7. 31-7. 40 (4H, m), 8. 42 (1H, dd, J=2.0, 7.9Hz), 8. 53 (1H, br. s) 11. 94 (1H, s).

例165:化合物番号165の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-ヘキシルオキシ-5-(メチルスルホニル)アニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:33.0%

<sup>1</sup>H-NMR (CDCl<sub>3</sub>):  $\delta$  0. 92 (3H, t, J=6. 9Hz), 1. 4 0-1. 59 (6H, m), 1. 90-2. 01 (2H, m), 3. 09 (3H, s), 4. 22 (2H, t, J=6. 3Hz), 7. 01 (1H, d, J=8. 9 Hz), 7. 06 (1H, d, J=8. 6Hz), 7. 40-7. 43 (2H, m), 7. 73 (1H, dd, J=8. 6, 2. 3Hz), 8. 74 (1H, brs), 8. 99 (1H, d, J=2. 3Hz), 11. 76 (1H, s).

例166:化合物番号163の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3'-アミノ-2, 2, 4'-トリメチルプロピオフェノンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:44.8%

<sup>1</sup>H-NMR (CDCl<sub>3</sub>):  $\delta$  1. 38 (9H, s), 2. 38 (3H, s), 7. 01 (1H, d, J=8. 9Hz), 7. 31 (1H, d, J=7. 9Hz), 7. 42 (1H, dd, J=8. 9, 2. 6Hz), 7. 53 (1H, d, J=2. 6Hz), 7. 57 (1H, dd, J=7. 9, 2. 0Hz), 7. 83 (1H, brs), 8. 11 (1H, d, J=2. 0Hz), 11. 82 (1H, s).

例167:化合物番号167の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び5-メトキシ-2-(1-ピロリル) アニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:53.4%

<sup>1</sup>H-NMR (CDCl<sub>3</sub>):  $\delta$  2. 46 (3H, s), 6. 51-6. 52 (2 H, m), 6. 82-6. 85 (3H, m), 6. 93 (1H, d, J=8. 9H z), 7. 06 (1H, d, J=7. 9Hz), 7. 30 (1H, d, J=7. 9Hz), 7. 32 (1H, dd, J=2. 3, 8. 9Hz), 7. 61 (1H, s), 8. 29 (1H, s), 11. 86 (1H, br. s).

例168:化合物番号168の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び5-クロロ-2-トシルアニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:8.0%

<sup>1</sup>H-NMR (CDCl<sub>3</sub>):  $\delta$  2. 38 (3H, s), 7. 02 (1H, d, J = 8. 9Hz), 7. 25-7. 31 (3H, m), 7. 46 (1H, dd, J = 2. 6, 8. 9Hz), 7. 68 (2H, d, J = 8. 6Hz), 7. 74 (1H, d, J = 2. 3Hz), 7. 96 (1H, d, J = 8. 6Hz), 8. 56 (1H, d, J = 2. 0Hz), 10. 75 (1H, s), 11. 70 (1H, s).

例169:化合物番号169の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-クロロ-5-トシルアニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:43.5%

<sup>1</sup>H-NMR (CDCl<sub>3</sub>):  $\delta$  2. 38 (3H, s), 7. 02 (1H, d, J=8. 9Hz), 7. 27 (1H, d, J=7. 9Hz), 7. 29 (1H, dd, J=2. 0, 6. 6Hz), 7. 46 (1H, dd, J=2. 3, 8. 9Hz), 7. 68 (2H, d, J=8. 6Hz), 7. 73 (2H, d, J=2. 3Hz), 7. 97 (1H, d, J=8. 6Hz), 8. 56 (1H, d, J=2. 0Hz), 10. 73 (1H, s), 11. 71 (1H, s).

例170:化合物番号170の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-フルオロ-5-(メチルスルホニル)アニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:28.8%

<sup>1</sup>H-NMR (CDCl<sub>3</sub>):  $\delta$  3. 12 (3H, s), 7. 03 (1H, d, J = 8. 9Hz), 7. 38 (1H, dd, J=8. 6, 10. 2Hz), 7. 45 (1H, dd, J=2. 3, 8. 9Hz), 7. 53 (1H, d, J=2. 3Hz), 7. 80 (1H, ddd, J=2. 3, 4. 6, 8. 6Hz), 8. 25 (1H, s), 8. 98 (1H, dd, J=2. 3, 7. 7Hz), 11. 33 (1H, br. s).

例171:化合物番号171の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-メトキシ-5-フェノキシアニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:77.0%

<sup>1</sup>H-NMR (CDC1<sub>3</sub>):  $\delta$  3. 98 (3H, s), 6. 80 (1H, d, J = 8. 8Hz), 6. 90 (1H, d, J=8. 8Hz), 6. 95-7. 00 (3 H, m), 7. 04-7. 09 (1H, m), 7. 29-7. 35 (2H, m), 7. 38 (1H, dd, J=8. 8, 2. 6Hz), 7. 47 (1H, d, J=2. 6 Hz), 8. 19 (1H, d, J=2. 9Hz), 8. 61 (1H, brs), 11. 92 (1H, s).

例172:化合物番号172の化合物の製造

WO 03/103655 PCT/JP03/07121 -

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3-アミノ-4-メチルビフェニルを 用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 47. 7%

 $^{1}H-NMR$  (DMSO-d<sub>6</sub>):  $\delta$  2. 33 (3H, s), 7. 06 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 43-7. 52 (4H, m), 7. 64-7. 67 (2H, m), 8. 04 (1H, d, J=2. 7Hz), 8. 19 (1H, d, J=1. 5 Hz), 10. 40 (1H, s), 12. 22 (1H, s).

例173:化合物番号173の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び5-(α,α-ジメチルベンジル)-2-メトキシアニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:89.0%

<sup>1</sup>H-NMR (CDCl<sub>3</sub>):  $\delta$  1. 72 (6H, s), 3. 93 (3H, s), 6. 83 (1H, d, J=8. 8Hz), 6. 93 (1H, dd, J=2. 6, 8. 8Hz), 6. 96 (1H, d, J=9. 2Hz), 7. 15-7. 20 (1H, m), 7. 25-7. 28 (4H, m), 7. 36 (1H, dd, J=2. 6, 8. 8Hz), 7. 46 (1H, d, J=2. 6Hz), 8. 35 (1H, d, J=2. 6Hz), 8. 51 (1H, s), 12. 04 (1H, s).

例174:化合物番号174の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び5-モルホリノ-2-ニトロアニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 4.1%

<sup>1</sup>H-NMR (DMSO-d<sub>6</sub>):  $\delta$  3. 46-3. 52 (4H, m), 3. 85-3. 94 (4H, m), 7. 03 (1H, d, J=8. 8Hz), 7. 47 (1H, dd, J=2. 9, 8. 8Hz), 7. 80 (1H, dd, J=2. 6, 8. 8Hz), 7. 82 (1H, d, J=2. 6Hz), 7. 88 (1H, d, J=8. 8Hz), 8. 20 (1H, d, J=2. 2Hz), 10. 70 (1H, s), 11. 43 (1H, s)

例175:化合物番号175の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び5-フルオロ-2-(1-イミダゾリル)アニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:33.8%

<sup>1</sup>H-NMR (DMSO-d<sub>6</sub>):  $\delta$  6. 9 9 (1 H, d, J=8. 8 Hz), 7. 12-7. 19 (2 H, m), 7. 42-7. 51 (3 H, m), 7. 8 9 (1 H, d, J=2. 8 Hz), 7. 9 3 (1 H, d, J=1. 1 Hz), 8. 3 4 (1 H, d d, J=11. 4, 2. 8 Hz), 10. 3 9 (1 H, s), 11. 7 6 (1 H, b r s).

例176:化合物番号176の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-ブチル-5-ニトロアニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:15.3%

<sup>1</sup>H-NMR (CDCl<sub>3</sub>):  $\delta$  0. 99 (3H, t, J=7. 3Hz), 1. 3 9-1. 51 (2H, m), 1. 59-1. 73 (2H, m), 2. 71-2. 7 9 (2H, m), 7. 03 (1H, d, J=8. 9Hz), 7. 41-7. 49 (3 H, m), 7. 92 (1H, s), 8. 07 (1H, dd, J=2. 3, 8. 4Hz), 8. 75 (1H, d, J=2. 4Hz), 11. 51 (1H, s).

例177:化合物番号177の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び5-[(1, 1-ジメチル)プロピル] -2-ヒドロキシアニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。 収率: 36.0%

<sup>1</sup>H-NMR (CDCl<sub>3</sub>):  $\delta$  0. 70 (3H, t, J=7.4Hz), 1. 2 8 (6H, s), 1. 63 (2H, q, J=7.4Hz), 6. 97 (1H, d, J=6.3Hz), 7. 00 (1H, d, J=6.6Hz), 7. 08 (1H, s), 7. 14 (1H, dd, J=2.5, 8.6Hz), 7. 36 (1H, d, J=2. 2Hz), 7. 42 (1H, dd, J=2.5, 8.8Hz), 7. 57 (1H,

d, J = 2.5 Hz), 8. 28 (1H, s), 11. 44 (1H, s).

例178:化合物番号178の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-メトキシ-5-メチルアニリンを 用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:74.2%

<sup>1</sup>H-NMR (DMSO-d<sub>6</sub>):  $\delta$  2. 27 (3H, s), 3. 85 (3H, s), 6. 90 (1H, dd, J=9. 0, 2. 4Hz), 6. 98 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 05 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 47 (1H, dd, J=9. 0, 3. 0Hz), 7. 97 (1H, d, J=3. 0Hz), 8. 24 (1H, d, J=2. 4Hz), 10. 79 (1H, s), 12. 03 (1H, s).

例179:化合物番号179の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2,5-ジフルオロアニリンを用いて 例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:81.5%

<sup>1</sup>H-NMR (DMSO-d<sub>6</sub>):  $\delta$  6. 98-7. 07 (1H, m), 7. 07 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 37-7. 49 (1H, m), 7. 52 (1H, dd, J=8. 7, 3. 0Hz), 7. 95 (1H, d, J=2. 7Hz), 8. 15-8. 22 (1H, m), 10. 83 (1H, s), 12. 25 (1H, s).

例180:化合物番号180の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3,5-ジフルオロアニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:82.0%

<sup>1</sup>H-NMR (DMSO-d<sub>6</sub>):  $\delta$  7. 00 (1H, tt, J=9. 3, 2. 1), 7. 03 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 47 (1H, dd, J=7. 5, 2. 7Hz), 7. 49 (1H, d, J=2. 7Hz), 7. 51 (1H, d, J=2. 1Hz), 7. 82 (1H, d, J=3. 0Hz), 10. 63 (1H,

s), 11. 43 (1H, brs).

例181:化合物番号181の化合物の製造

原料として、3-ヒドロキシナフタレン-2-カルボン酸、及び3,5-ジクロロアニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 44.3%

mp 254-255°C.

<sup>1</sup>H-NMR (DMSO-d<sub>6</sub>):  $\delta$  7. 34-7. 39 (3H, m), 7. 49 -7. 54 (1H, m), 7. 76-7. 79 (1H, m), 7. 89 (2H, d, J=1. 8Hz), 7. 92 (1H, m), 8. 39 (1H, s), 10. 75 (1 H, s), 11. 01 (1H, s).

例182:化合物番号182の化合物の製造

原料として、2-ヒドロキシナフタレン-1-カルボン酸、及び3,5-ジクロロアニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:51.2%

mp 246-248°C.

<sup>1</sup>H-NMR (DMSO-d<sub>6</sub>):  $\delta$  7. 26 (1H, d, J=9. 3Hz), 7. 31-7. 37 (2H, m), 7. 44-7. 50 (1H, m), 7. 65-7. 68 (1H, m), 7. 85-7. 90 (4H, m), 10. 23 (1H, s), 10. 74 (1H, s).

例183:化合物番号183の化合物

本化合物は、市販化合物である。

販売元:Sigma-Aldrich社

カタログコード番号: S01361-8

例184:化合物番号184の化合物の製造

原料として、5-クロロー2-ヒドロキシニコチン酸、及び3, 5-ビス [(1, 1-ジメチル) エチル] アニリンを用いて例75と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:59.1%

<sup>1</sup>H-NMR (DMSO-d<sub>6</sub>):  $\delta$  1. 29 (18H, s), 7. 18 (1H, t, J=1.8Hz), 7. 52 (2H. d, J=1.8Hz), 8. 07 (1H, d, J=2.4Hz), 8. 35 (1H, d, J=3.3Hz), 11. 92 (1H, s), 13. 10 (1H, s).

例185:化合物番号185の化合物の製造

<sup>1</sup>H-NMR (CDCl<sub>3</sub>): δ 1. 26 (9H, s), 4. 96 (2H, brs), 6. 09 (1H, s).

以下の実施例において例185 (1) の方法が引用されている場合、反応溶媒と しては、エタノール等の溶媒を用いた。

(2)  $2-アセトキシ-5-ブロモ-N-\{4-[(1, 1-ジメチル) エチル]$  チアゾールー2-イル $\}$  ベンズアミド ・

原料として、2-アセトキシ-5-ブロモ安息香酸、及び2-アミノ-4-[(1, 1-ジメチル) エチル] チアゾールを用いて例75と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:59.4%

<sup>1</sup>H-NMR (CDCl<sub>3</sub>):  $\delta$  1. 31 (9H, s), 2. 44 (3H, s), 6. 60 (1H, s), 7. 13 (1H, d, J=8. 4Hz), 7. 68 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 8. 17 (1H, d, J=2. 4Hz), 9.

72 (1H, brs).

[2ーアセトキシー5ーブロモ安息香酸: 「ヨーロピアン・ジャーナル・オブ・メディシナル・ケミストリー (European Journal of Medicinal Chemistry)」,(フランス),1996年,第31巻,p.861-874を参照し、原料として、5ーブロモサリチル酸、及び無水酢酸例を用いて34(1)と同様の操作を行って得た。後述する例244(1)と同様の操作を行って得た。]

(3) 5-ブロモーNー {4-[(1, 1-ジメチル) エチル] チアゾールー2ーイル} -2-ヒドロキシベンズアミド(化合物番号185)

 $2-アセトキシ-5-プロモ-N-\{4-[(1,1-ジメチル) エチル] チアゾール-2-イル ベンズアミド (100.1 mg,0.25 mmol) のテトラヒドロフラン (3 m L) 溶液に、2規定水酸化ナトリウム (0.2 m l) を加え、室温で20分間攪拌した。反応混合物を希塩酸にあけ、酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を飽和食塩水で洗浄、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をイソプロピルエーテル<math>/n-$ ヘキサンで結晶化して、標題化合物の白色粉末 (70.1 mg,78.9%) を得た。

<sup>1</sup>H-NMR (DMSO-d<sub>6</sub>): δ 1. 30 (9H, s), 6. 80 (1H, b r s), 6. 95 (1H, b r s), 7. 57 (1H, b r s), 8. 06 (1H, d, J=2.4Hz), 11. 82 (1H, b r s), 13. 27 (1H, b r s). 例186:化合物番号186の化合物の製造

(1)  $2-アセトキシ-5-プロモーN-{5-プロモー4-[(1, 1-ジメチル) エチル] チアゾール-2-イル} ベンズアミド$ 

 $2-re+キシ-5-プロモ-N-\{4-[(1,1-ジメチル) エチル] チアグールー2ーイル ベンズアミド (例185 (2)の化合物; 0.20g, 0.50mmol)のアセトニトリル (10mL)溶液に、<math>N-プロモコハク酸イミド (97.9mg, 0.55mmol)を加え、室温で1時間攪拌した。溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー <math>(n-n+1)$ ン:酢酸エチル=3:1)で精製して、標題化合物を粗生成物として得た。

(2) 5-プロモーN-  $\{5-$ プロモー4- [(1,1-ジメチル) エチル] チア ゾールー2-イル $\}-$ 2-ヒドロキシベンズアミド (化合物番号186) 原料として、2-アセトキシー5-プロモーN-  $\{5-$ プロモー4- [(1,1-ジメチル) エチル] チアゾールー2-イル $\}$  ベンズアミドを用いて例2と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:90.9%(2工程)

 $^{1}H-NMR$  (DMSO-d<sub>6</sub>):  $\delta$  1. 42 (9H, s), 6. 99 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 61 (1H, dd, J=8. 7, 2. 7Hz), 8. 02 (1H, d, J=2. 4Hz), 11. 79 (1H, brs), 12. 00 (1H, brs).

例187:化合物番号187の化合物の製造

原料として、5 ーブロモサリチル酸、及び2 ーアミノー5 ーブロモー4 ー (トリフルオロメチル) チアゾールを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 22. 4%

mp 215°C (dec.).

<sup>1</sup>H-NMR (DMSO-d<sub>6</sub>):  $\delta$  7. 00 (1H, d, J=8.8Hz), 7. 61 (1H, dd, J=8.8, 2.8Hz), 7. 97 (1H, d, J=2.4Hz).

[2-アミノー5-ブロモー4-(トリフルオロメチル) チアゾール:「ジャーナル・オブ・ヘテロサイクリック・ケミストリー (Journal of Heterocyclic Chemistry)」, (米国), 1991年, 第28巻, p. 1017参照]

例188:化合物番号188の化合物の製造

(1) α-ブロモーピバロイルアセトニトリル

ピバロイルアセトニトリル (1.00g, 7.99mmol) の四塩化炭素 (15mL) 溶液に、N-ブロモコハク酸イミド (1.42g, 7.99mmol) を加え、15分間加熱還流した。反応混合物を室温まで冷却後、不溶物を濾過し

て除去し、濾液を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (n-ヘキサン:酢酸エチル=4:1)で精製して、標題化合物の黄褐色オイル (1.43g,87.9%)を得た。

 $^1$ H-NMR(CDCl $_3$ ):  $\delta$  1.33 (9H, s), 5.10 (1H, s). 以下の実施例において例188 (1) の方法が引用されている場合、ブロモ化剤としては、N-プロモスクシンイミドを用いた。また、反応溶媒としては、四塩化炭素等の溶媒を用いた。

(2)  $2-アミノー5-シアノー4-[(1,1-ジメチル) エチル] チアゾール 原料として、<math>\alpha$ -ブロモーピバロイルアセトニトリル、及びチオウレアを用いて 例 185(1) と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:66.3%

 $^{1}H-NMR$  (CDCl<sub>3</sub>):  $\delta$  1. 41 (9H, s), 5. 32 (2H, s).

(3)  $5-クロローN-{5-シアノー4-[(1, 1-ジメチル) エチル] チア ゾール-2-イル} -2-ヒドロキシベンズアミド (化合物番号188)$ 

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-アミノ-5-シアノ-4-[(1, 1-ジメチル) エチル] チアゾールを用いて例 3 と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:63.4%

 $^{1}H-NMR (DMSO-d_{6}): \delta$  1. 43 (9H, s), 7. 06 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 51 (1H, dd, J=8. 7, 3. 0Hz), 7. 85 (1H, d, J=2. 7Hz), 12. 31 (2H, br).

例189:化合物番号189の化合物の製造

原料として、5-プロモサリチル酸、及び2-アミノ-5-シアノ-4-[(1, 1-ジメチル) エチル] チアゾール(例188(2) の化合物)を用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:61.3%

 $^{1}H-NMR (DMSO-d_{6}): \delta$  1. 43 (9H, s), 7. 00 (1H, d,

J=8.7Hz), 7. 62 (1H, dd, J=8.7, 2. 7Hz), 7. 97 (1H, d, J=2.7Hz), 11. 75 (1H, br), 12. 43 (1H, br).

例190:化合物番号190の化合物の製造

原料として、5-ブロモサリチル酸、及び2-アミノ-5-メチルチアゾールを 用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:12.9%

 $^{1}H-NMR$  (DMSO-d<sub>6</sub>):  $\delta$  2. 33 (3H, s), 6. 91 (1H, d, J=7. 6Hz), 7. 26 (1H, s), 7. 54 (1H, d, J=9. 6Hz), 8. 03 (1H, d, J=2. 8Hz).

例191:化合物番号191の化合物の製造

原料として、5-ブロモサリチル酸、及び2-アミノ-4, 5-ジメチルチアゾ ールを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:14.4%

 $^{1}H-NMR (DMSO-d_{6}): \delta$  2. 18 (3H, s), 2. 22 (3H, s), 6. 89 (1H, d, J=8. 8Hz), 7. 51 (1H, d, J=6. 8Hz), 8. 02 (1H, d, J=2. 8Hz), 13. 23 (1H, brs).

例192:化合物番号192の化合物の製造

原料として、5-ブロモサリチル酸、及び2-アミノ-5-メチル-4-フェニルチアゾールを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:27.7%

mp 243-244°C.

 $^{1}H-NMR$  (CD<sub>3</sub>OD):  $\delta$  2. 47 (3H, s), 6. 92 (1H, d, J = 8. 7Hz), 7. 36-7. 41 (1H, m), 7. 44-7. 50 (2H, m), 7. 53 (1H, dd, J=9. 0, 2. 7Hz), 7. 57-7. 61 (2H, m), 8. 16 (1H, d, J=2. 7Hz).

[2-アミノー5-メチルー4-フェニルチアゾール:「薬学雑誌:ジャーナル・

オブ・ザ・ファーマシューティカル・ソサエティ・オブ・ジャパン(Yakugaku Zasshi: Journal of The Pharmaceutical Society of Japan)」, 1961年, 第81巻, p. 1456参照]

例193:化合物番号193の化合物の製造

原料として、(4-フルオロフェニル) アセトンを用いて例 $188(1) \sim (3)$  と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:28.8%(3工程)

- (1) αーブロモー (4ーフルオロフェニル) アセトン
- <sup>1</sup>H-NMR (CDCl<sub>3</sub>):  $\delta$  2. 33 (3H, s), 5. 41 (1H, s), 7. 07 (2H, t, J=8. 7Hz), 7. 43 (2H, dd, J=8. 7, 5. 1Hz).
- (2)  $2-r \le J-4-y \ne N-5-(4-JN \ne DJ=N)$   $\ne Ty \ne N$   $^1H-NMR$  (CDCl<sub>3</sub>):  $\delta$  2. 27 (3H, s), 4. 88 (2H, s), 7. 07 (2H, t, J=8. 7Hz), 7. 32 (2H, dd, J=8. 7, 5. 4Hz).
- (3) 5-ブロモーNー [4-メチルー5-(4-フルオロフェニル) チアゾールー2-イル] -2-ヒドロキシベンズアミド(化合物番号193)

 $^{1}H-NMR$  (DMSO-d<sub>6</sub>):  $\delta$  2. 36 (3H, s), 6. 95 (1H, d, J=8. 4Hz), 7. 33 (2H, t, J=8. 7Hz), 7. 52-7. 59 (3H, m), 8. 06 (1H, d, J=3. 0Hz), 12. 01-13. 65 (2H, br).

例194:化合物番号194の化合物の製造

原料として、3-(トリフルオロメチル)フェニルアセトンを用いて例188(1)~(3)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:39.8% (3工程)

(1) α-ブロモー3-(トリフルオロメチル)フェニルアセトン
<sup>1</sup>H-NMR (CDCl<sub>3</sub>): δ 2.38 (3H, s), 5.43 (1H, s),

7. 52 (1 H, t, J = 7.8 Hz), 7. 61-7. 66 (2 H, m), 7. 69-7. 70 (1 H, m).

(2)  $2-r \le J-4-y \le J-5-[3-(-1)]$  (1)  $J-y \le J-1$  (2)  $J-y \le J-1$  (3)  $J-y \le J-1$  (3)  $J-y \le J-1$  (4)  $J-y \le J-1$  (5)  $J-y \le J-1$  (7)  $J-y \le J-1$  (7)  $J-y \le J-1$  (7)  $J-y \le J-1$  (7)  $J-y \le J-1$  (8)  $J-y \le J-1$  (7)  $J-y \le J-1$  (8)  $J-y \le J-1$  (9)  $J-y \le J-1$  (9)  $J-y \le J-1$  (9)  $J-y \le J-1$  (9)  $J-y \le J-1$  (10)  $J-y \le J-1$  (1

<sup>1</sup>H-NMR (CDCl<sub>3</sub>):  $\delta$  2. 32 (3H, s), 4. 95 (2H, s), 7. 46-7. 56 (3H, m), 7. 59-7. 61 (1H, m).

(3) 5ーブロモーNー {4ーメチルー5ー [3ー(トリフルオロメチル)フェニル] チアゾールー2ーイル}ー2ーヒドロキシベンズアミド(化合物番号194)

<sup>1</sup>H-NMR (DMSO-d<sub>6</sub>):  $\delta$  2. 40 (3H, s), 6. 97 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 59 (1H, dd, J=8. 7, 2. 4Hz), 7. 71 -7. 84 (4H, m), 8. 06 (1H, d, J=2. 4Hz), 12. 09 (1H, br), 12. 91-13. 63 (1H, br).

例195:化合物番号195の化合物の製造

原料として、2, 2-ジメチル-3-ヘキサノンを用いて例 $188(1) \sim (3)$  と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:17.0%(3工程)

- (2) 2-rミノー $4-[(1, 1-ジメチル) エチル] -5-エチルチアゾール <math>^{1}H-NMR$  (CDCl<sub>3</sub>):  $\delta$  1. 21 (3H, t, J=7. 5Hz), 1. 3 2 (9H, s), 2. 79 (2H, q, J=7. 5Hz), 4. 63 (2H, brs).
- (3)  $5-プロモーN-\{4-[(1, 1-ジメチル) ェチル] 5-エチルチア ゾール-2-イル\} 2-ヒドロキシベンズアミド (化合物番号195) <math>^1H-NMR$  (CDCl<sub>3</sub>):  $\delta$  1. 32 (3H, t, J=7.5Hz), 1. 41 (9H, s), 2. 88 (2H, q, J=7.5Hz), 6. 84 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 44 (1H, dd, J=8.7, 2.4Hz), 8. 05 (1H, d, J=2.7Hz), 11. 46 (2H, br).

例196:化合物番号196の化合物の製造

原料として、5-ブロモサリチル酸、及び2-アミノ-4-エチル-5-フェニルチアゾールを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:17.4%

mp 224-225°C.

<sup>1</sup>H-NMR (DMSO-d<sub>6</sub>):  $\delta$  1. 24 (3H, t, J=7.6Hz), 2. 70 (2H, q, J=7.6Hz), 6. 95 (1H, brd, J=7.6 Hz), 7. 39-7. 42 (1H, m), 7. 45-7. 51 (4H, m), 7. 56 (1H, brd, J=8.0Hz), 8. 06 (1H, d, J=2.8Hz), 11. 98 (1H, brs).

例197:化合物番号197の化合物の製造

原料として、ベンジルイソプロピルケトンを用いて例 $188(1) \sim (3)$  と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 4. 4% (3工程)

(2) 2-アミノー4-イソプロピルー5-フェニルチアゾール

 $^{1}H-NMR$  (CDCl<sub>3</sub>):  $\delta$  1. 23 (6H, d, J=6. 6Hz), 3. 0. 5 (1H, m), 4. 94 (2H, s), 7. 28-7. 41 (5H, m).

(3) 5-ブロモーN- (4-イソプロピルー5-フェニルチアゾールー2-イル) -2-ヒドロキシベンズアミド (化合物番号197)

<sup>1</sup>H-NMR (DMSO-d<sub>6</sub>):  $\delta$  1. 26 (6H, d, J=6.0Hz), 3. 15 (1H, m), 6. 98 (1H, brs), 7. 43-7. 53 (5H, m), 7. 59 (1H, brs), 8. 08 (1H, d, J=2.7Hz), 11. 90 (1H, brd), 13. 33 (1H, brd).

例198:化合物番号198の化合物の製造

原料として、1-7ェニルー2-ヘキサノンを用いて例188(1)~(3) と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:52.6%(3工程)

(1) α - ブロモー1 - フェニルー2 - ヘキサノン

 $^{1}H-NMR$  (CDCl<sub>3</sub>):  $\delta$  0. 85 (3H, t, J=7. 2Hz), 1. 1 9-1. 32 (2H, m), 1, 50-1. 60 (2H, m), 2. 59 (2H, td, J=7. 5, 3. 9Hz), 5. 44 (1H, s), 7. 34-7. 45 (5H, m).

(2) 2-アミノー4-ブチルー5-フェニルチアゾール

<sup>1</sup>H-NMR (CDCl<sub>3</sub>):  $\delta$  0. 89 (3H, t, J=7. 5Hz), 1. 2 8-1. 41 (2H, m), 1. 61-1. 71 (2H, m), 2. 56-2. 6 1 (2H, m), 4. 87 (2H, s), 7. 25-7. 40 (5H, m).

(3) 5ーブロモーN- (4ーブチルー5ーフェニルチアゾールー2ーイル) - 2-ヒドロキシベンズアミド (化合物番号198)

<sup>1</sup>H-NMR (DMSO-d<sub>6</sub>):  $\delta$  0. 85 (3H, t, J=7. 2Hz), 1. 23-1. 35 (2H, m), 1. 59-1. 69 (2H, m), 2. 70 (2H, t, J=7. 2Hz), 6. 96 (1H, d, J=6. 9Hz), 7. 39-7. 59 (6H, m), 8. 07 (1H, d, J=2. 4Hz), 11. 93 (1H, br), 13. 18-13. 59 (1H, br).

例199:化合物番号199の化合物の製造

(1) 4ーブロモー2, 2, 6, 6ーテトラメチルー3, 5ーヘプタンジオン [αーブロモージピバロイルメタン]

2, 2, 6, 6ーテトラメチルー3, 5ーヘプタンジオン(ジピバロイルメタン; 1.00g, 5.42mmol)の四塩化炭素(10mL)溶液に、Nーブロモコハク酸イミド(965.8mg, 5.42mmol)を加え、2時間加熱還流した。反応混合物を室温まで冷却後、不溶物を濾過して除去し、濾液を減圧留去して、標題化合物の白色結晶(1.42g, 定量的)を得た。

 $^1$ H-NMR(CDCl $_3$ ):  $\delta$  1.27(18H, s), 5.67(1H, s). 以下の実施例において例199(1)の方法が引用されている場合、ブロモ化剤 としては、N-ブロモコハク酸イミドを用いた。また、反応溶媒としては、四塩

化炭素等の溶媒を用いた。

(2) 2-アミノー4- [(1, 1-ジメチル) エチル] -5- [(2, 2-ジメ チル) プロピオニル] チアゾール

4-プロモー2, 2, 6, 6-Fトラメチルー3,  $5-\Lambda$ プタンジオン ( $\alpha-J$ ロモージピバロイルメタン; 1. 42g, 5. 40mmo1)、チオウレア (451. 8mg, 5. 94mmo1)、エタノール (15mL) の混合物を 2時間加熱還流した。反応混合物を室温まで冷却後、飽和炭酸水素ナトリウム水溶液にあけ、酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を水、飽和食塩水で順次洗浄、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をジクロロメタン $J_1$   $J_2$ 0  $J_3$ 1  $J_3$ 1  $J_4$ 2  $J_5$ 3  $J_5$ 3  $J_5$ 4  $J_5$ 4  $J_5$ 5  $J_5$ 5  $J_5$ 6  $J_5$ 7  $J_5$ 7  $J_5$ 8  $J_5$ 9  $J_5$ 1  $J_5$ 9  $J_$ 

(3) 5-クロローN- {4- [(1, 1-ジメチル) エチル] -5- [(2, 2 -ジメチル) プロピオニル] チアゾール-2-イル} -2-ヒドロキシベンズアミド(化合物番号199)

5-クロロサリチル酸(143.6mg, 0.83mmo1)、2-アミノー4- [(1,1-ジメチル)エチル]エチルー5- [(2,2-ジメチル)プロピオニル]チアゾール(200.0mg, 0.83mmo1)、三塩化リン( $40\mu$ L、0.46mmo1)、クロロベンゼン(4mL)の混合物を3時間加熱還流した。反応混合物を室温まで冷却後、溶媒を減圧濃縮して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(n-ヘキサン:酢酸エチル=3:1)で精製して、標題化合物の白色粉末(159.1mg, 48.4%)を得た。

<sup>1</sup>H-NMR (CDCl<sub>3</sub>): δ 1. 33 (9H, s), 1. 35 (9H, s), 6. 99 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 43 (1H, dd, J=9. 0, 2. 7Hz), 7. 70 (1H, d, J=2. 7Hz), 10. 52 (2H, br). 以下の実施例において例199 (3) の方法が引用されている場合、酸ハロゲン 化剤としては、三塩化リンを用いた。また、反応溶媒としては、モノクロロベン

ゼン、トルエン等の溶媒を用いた。

例200:化合物番号200の化合物の製造

原料として、5-クロローN-  $\{4-[(1,1-$ ジメチル) エチル] -5-[(2,2-ジメチル) プロピオニル] チアゾールー2-イル $\}-2-$ ヒドロキシベンズアミド (化合物番号 199)、及びアセチルクロリドを用いて例 5 と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:65.3%

<sup>1</sup>H-NMR (CDCl<sub>3</sub>):  $\delta$  1. 32 (9H, s), 1. 33 (9H, s), 2. 46 (3H, s), 7. 22 (1H, d, J=8. 4Hz), 7. 56 (1H, d d, J=8. 7, 2. 4Hz), 8. 05 (1H, d, J=2. 7Hz), 9. 8 2 (1H, brs).

例201:化合物番号201の化合物の製造

原料として、5 ーブロモサリチル酸、及び2 ーアミノー4 ー [(1,1 ージメチル) エチル] ー 5 ー [(2,2 ージメチル) プロピオニル] チアゾール (例199(2) の化合物)を用いて例199(3)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:23.8%

<sup>1</sup>H-NMR (CDCl<sub>3</sub>):  $\delta$  1. 33 (9H, s), 1. 35 (9H, s), 6. 94 (1H, d, J=8, 7Hz), 7. 55 (1H, dd, J=8. 7, 2. 1Hz), 7. 85 (1H, d, J=2. 1Hz), 10. 51 (2H, br).

例202:化合物番号202の化合物の製造

原料として、ピバロイル酢酸 エチルエステルを用いて例199(1)~(3) と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 45. 7% (3工程)

(1) α - ブロモーピバロイル酢酸 エチルエステル

 $^{1}H-NMR$  (CDCl<sub>3</sub>):  $\delta$  1. 28 (9H, s), 1. 29 (3H, t, J = 7. 2Hz), 4. 26 (2H, q, J=7. 2Hz), 5. 24 (1H, s).

(2) 2-アミノー4-[(1, 1-ジメチル) エチル] チアゾール-5-カルボ

ン酸 エチルエステル

<sup>1</sup>H-NMR (CDCl<sub>3</sub>): δ 1. 32 (3H, t, J=7. 2Hz), 1. 4 3 (9H, s), 4. 24 (2H, q, J=7. 2Hz), 5. 18 (2H, s). (3) 2-(5-ブロモー2-ヒドロキシベンゾイル) アミノー4-[(1, 1-ジメチル) エチル] チアゾールー5-カルボン酸 エチルエステル (化合物番号 202)

<sup>1</sup>H-NMR (DMSO-d<sub>6</sub>):  $\delta$  1. 30 (3H, t, J=7. 2Hz), 1. 44 (9H, s), 4. 27 (2H, q, J=6. 9Hz), 7. 00 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 63 (1H, dd, J=8. 7, 2. 7Hz), 8. 02 (1H, d, J=2. 4Hz), 11. 80 (1H, br), 12. 12 (1H, br).

例203:化合物番号203の化合物の製造

原料として、2-(5-プロモー2-ヒドロキシベンゾイル)アミノー4-[(1,1-ジメチル) エチル] チアゾールー5-カルボン酸 エチルエステル (化合物番号202) を用いて例36と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:85.5%

 $^{1}H-NMR (DMSO-d_{6}): \delta$  1. 44 (9H, s), 7. 00 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 62 (1H, dd, J=9. 0, 2. 7Hz), 8. 02 (1H, d, J=2. 4Hz), 11. 83 (1H, brs), 12. 04 (1H, brs), 12. 98 (1H, brs).

例204:化合物番号204の化合物の製造

(1) 2-アミノ-5-プロモー4-[(1,1-ジメチル) エチル] チアゾール 2-アミノー4-[(1,1-ジメチル) エチル] チアゾール (例185 (1) の 化合物; 0.87g,5.6 mmol) の四塩化炭素 (9 mL) 溶液に、N-ブロモコハク酸イミド (1.00g,5.6 mmol) を加え、室温で1時間攪拌した。反応混合物にヘキサンを加え、不溶物を濾過して除去し、濾液を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー <math>(n-ヘキサン: 酢酸

エチル=2:1) で精製して、標題化合物の黄灰色粉末(1.23g,93.7%) を得た。

<sup>1</sup>H-NMR (CDCl<sub>3</sub>): δ 1.39 (9H, s), 4.81 (2H, brs).
(2) 2-アミノー4-[(1, 1-ジメチル) エチル] -5-ピペリジノチアゾール

2-アミノ-5-ブロモー4-[(1, 1-ジメチル) エチル] チアゾール (0. 10g, 0. 42mmol)、ピペリジン (0. 1mL)、炭酸カリウム (0. 20g)、アセトニトリル (4mL) の混合物を 3時間加熱還流した。反応混合物を室温まで冷却後、水にあけ、酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を水、飽和食塩水で順次洗浄、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー <math>(n-n+y):酢酸エチル= 2:1)で精製して、標題化合物の黄色結晶 (80.7mg, 79.3%) を得た。

 $^{1}H-NMR$  (CDCl<sub>3</sub>):  $\delta$  1. 32 (9H, s), 1. 64 (4H, t, J = 5. 7Hz), 1. 71-1. 77 (2H, m), 2. 35 (2H, brs), 2. 99 (2H, brs), 4. 68 (2H, s).

以下の実施例において例204(2)の製造法が引用されている場合、塩基としては、炭酸ナトリウム等の塩基を用いた。また、反応溶媒としては、アセトニトリル等の溶媒を用いた。

\_(3) 2-アセトキシー5-ブロモーN- {4- [(1, 1-ジメチル) エチル] -5-ピペリジノチアゾール-2-イル} ベンズアミド

アルゴン雰囲気下、2-アセトキシ-5-ブロモ安息香酸(90.3mg, 0.35mmol)、2-アミノー4-[(1,1-ジメチル)エチル]-5-ピペリジノチアゾール(80.7mg,0.34mmol)、ピリジン(0.1mL)、テトラヒドロフラン(3mL)の混合物にオキシ塩化リン(46μL,0.50mmol)を加え、室温で2時間攪拌した。反応混合物を2規定塩酸にあけ、酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を水、飽和食塩水で順次洗浄、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマト

グラフィー  $(n-\alpha+ + \nu)$ : 酢酸エチル= 3:1) で精製して、標題化合物の粗 生成物 (84.3 mg) を得た。

以下の実施例において例204(3)の製造法が引用されている場合、酸ハロゲン化剤としては、オキシ塩化リンを用いた。塩基としては、ピリジンを用いた。 また、反応溶媒としては、ジクロロメタン、テトラヒドロフラン等の溶媒を用いた。 た。

(4) 5ーブロモーNー {4ー [(1, 1ージメチル) エチル] ー5ーピペリジノチアゾールー2ーイル} ー2ーヒドロキシベンズアミド (化合物番号204) 2ーアセトキシー5ーブロモーNー {4ー [(1, 1ージメチル) エチル] ー5ーピペリジノチアゾールー2ーイル} ベンズアミド (粗生成物, 84.3 mg) のエタノール (3 m L) 溶液に、2 規定水酸化ナトリウム溶液 (0.1 m L) を加え、室温で1時間攪拌した。反応混合物を2 規定塩酸にあけ、酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を水、飽和食塩水で順次洗浄、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (nーヘキサン:酢酸エチル=4:1) で精製して、標題化合物の白色粉末 (54.1 mg, 36.3%;2 工程)を得た。

<sup>1</sup>H-NMR (CDCl<sub>3</sub>):  $\delta$  1. 41 (9H, s), 1. 56 (2H, brs), 1. 67-1. 74 (4H, m), 2. 79 (4H, brs), 6. 85 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 45 (1H, dd, J=9. 0, 2. 4Hz), 8. 06 (1H, d, J=2. 4Hz), 11. 70 (2H, br).

以下の実施例において例204(4)の製造法が引用されている場合、塩基としては、水酸化ナトリウム、炭酸カリウム等の無機塩基を用いた。また、反応溶媒としては、水、メタノール、エタノール、テトラヒドロフラン等の溶媒を単独若しくは混合して用いた。

例205:化合物番号205の化合物の製造

原料として、2-アミノ-5-ブロモ-4-[(1,1-ジメチル) エチル] チア ブール (例 <math>204(1) の化合物)、及びモルホリンを用いて例  $204(2) \sim (4)$ 

と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:17.1%

(2) 2-アミノー4- [(1, 1-ジメチル) エチル] -5-モルホリノチアゾ ール

<sup>1</sup>H-NMR (CDCl<sub>3</sub>): δ 1.33 (9H, s), 2.76 (4H, brs), 3.79 (4H, brs), 4.66 (2H, s).

(3) 2-Pセトキシー5-プロモーN-  $\{4-$  [(1, 1-ジメチル) エチル] -5-モルホリノチアゾールー2-イル $\}$  ベンズアミド

粗生成物のまま次反応に用いた。

(4) 5ープロモーNー {4ー [(1, 1ージメチル) エチル] ー5ーモルホリノチアゾールー2ーイル} ー2ーヒドロキシベンズアミド (化合物番号205) <sup>1</sup>HーNMR (CDCl<sub>3</sub>): δ 1. 24 (9H, s), 2. 89 (4H, dd, J=4. 8, 4. 2Hz), 3. 83 (4H, dd, J=4. 5, 4. 2Hz), 6. 89 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 49 (1H, dd, J=9. 0, 2. 4Hz), 7. 98 (1H, d, J=2. 1Hz), 11. 20 (2H, br). 例206: 化合物番号206の化合物の製造

原料として、2-rミノー5-プロモー4-[(1, 1-ジメチル) エチル] チア ゾール(例 2 0 4 (1) の化合物)、及び4-メチルピペラジンを用いて例 2 0 4 (2)  $\sim$  (4) と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 6.9%

(2) 2-アミノー4-[(1, 1-ジメチル) エチル] -5-(4-メチルピペラジン-1-イル) チアゾール

<sup>1</sup>H-NMR (DMSO-d<sub>6</sub>): δ 1. 25 (9H, s), 2. 12 (2H, b r s), 2. 19 (3H, s), 2. 57 (2H, b r s), 2. 72 (4H, b r s), 6. 51 (2H, s).

(3)  $2-アセトキシ-N-\{4-[(1, 1-ジメチル) エチル] -5-(4- メチルピペラジン-1-イル) チアゾール-<math>2-$ イル $\}$  ベンズアミド

粗生成物のまま次反応に用いた。

(4) 5ーブロモーNー {4ー [(1, 1ージメチル) エチル] ー5ー (4ーメチルピペラジンー1ーイル) チアゾールー2ーイル ー2ーヒドロキシベンズアミド(化合物番号206)

<sup>1</sup>H-NMR (CD<sub>3</sub>OD):  $\delta$  1. 41 (9H, s), 2. 55 (3H, s), 2. 87 (4H, brs), 3. 03 (4H, brs), 6. 88 (1H, d, J = 8. 7Hz), 7. 49 (1H, dd, J=8. 7, 2. 7Hz), 8. 11 (1 H, d, J=2. 7Hz).

例207:化合物番号207の化合物の製造

原料として、2-アミノ-5-プロモ-4-[(1,1-ジメチル) エチル] チア ゾール (例 204(1) の化合物)、及び4-フェニルピペラジンを用いて例 <math>204(2) ~ (4) と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 6.9%

(2) 2-アミノー4-[(1, 1-ジメチル) エチル] -5-(4-フェニルピペラジン-1-イル) チアゾール

<sup>1</sup>H-NMR (CDCl<sub>3</sub>):  $\delta$  1. 34 (9H, s), 2. 80 (2H, brs), 3. 03 (4H, brs), 3. 55 (2H, brs), 4. 69 (2H, s), 6. 88 (1H, tt, J=7. 2, 1. 2Hz), 6. 95 (2H, dd, J=9. 0, 1. 2Hz), 7. 28 (2H, dd, J=8. 7, 7. 2Hz).

(3) 2-rセトキシー5-ブロモーN-  $\{4-$  [(1, 1-ジメチル) エチル] -5- (4-フェニルピペラジン-1-イル) チアゾール-2-イル $\}$  ベンズアミド

粗生成物のまま次反応に用いた。

(4) 5-ブロモーN-(4-[(1, 1-ジメチル) エチル] -5-(4-フェニルピペラジン-1-イル) チアゾールー2-イル -2-ヒドロキシベンズアミド(化合物番号207)

 $^{1}H-NMR (DMSO-d_{6}): \delta$  1. 39 (9H, s), 2. 97 (4H, s),

3. 30 (4H, s), 6. 82 (1H, t, J=7. 5Hz), 6. 97 (2H, brs), 6. 99 (2H, t, J=7. 5Hz), 7. 58 (1H, brs), 8. 05 (1H, d, J=2. 4Hz), 11. 69 (1H, brs), 11. 82 (1H, brs).

例208:化合物番号208の化合物の製造

原料として、5 ーブロモサリチル酸、及び2 ーアミノー4 ーフェニルチアゾール を用いて例199(3)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:16.0%

mp 239℃ (dec.).

<sup>1</sup>H-NMR (DMSO-d<sub>6</sub>):  $\delta$  7. 02 (1H, d, J=8.4Hz), 7. 34 (1H, t, J=7.6Hz), 7. 44 (2H, t, J=7.6Hz), 7. 62 (1H, dd, J=8.4, 2.8Hz), 7. 67 (1H, s), 7. 92 (2H, d, J=7.2Hz), 8. 08 (1H, d, J=2.8Hz), 1 1. 88 (1H, brs), 12. 05 (1H, brs).

例209:化合物番号209の化合物の製造

原料として、5ーブロモサリチル酸、及び2ーアミノー4ーフェニルチアゾール -5-酢酸 メチルエステルを用いて例199(3)と同様の操作を行い、標題 化合物を得た。

収率:32.1%

mp 288. 5-229. 5°C.

<sup>1</sup>H-NMR (DMSO- $d_6$ ):  $\delta$  3. 66 (3H, s), 3. 95 (2H, s), 6. 99 (1H, d, J=8. 0Hz), 7. 42 (1H, d, J=6. 0Hz), 7. 48 (2H, brt, J=7. 6Hz), 7. 56-7. 61 (3H, m), 8. 07 (1H, d, J=2. 4Hz), 11. 85 (1H, brs), 11. 9 8 (1H, brs).

例210:化合物番号210の化合物の製造

{2-[(5-ブロモ-2-ヒドロキシベンゾイル)アミノ]-4-フェニルチアゾ

ールー5ーイル}酢酸 メチルエステル(化合物番号209;75mg,0.17mmol)のメタノール(5mL)溶液に、2規定水酸化ナトリウム(0.5mL,1mmol)を加え、室温で12時間攪拌した。反応混合物を2規定塩酸にあけ、酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を水、飽和食塩水で順次洗浄、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をnーヘキサン/酢酸エチルで懸濁洗浄して、標題化合物の淡黄白色結晶(56mg,77.3%)を得た。

mp 284-286℃.

 $^{1}H-NMR$  (DMSO-d<sub>6</sub>):  $\delta$  3. 84 (2H, s), 6. 98 (1H, d, J=8. 8Hz), 7. 42 (1H, d, J=6. 8Hz), 7. 49 (2H, t, J=7. 6Hz), 7. 58-7. 61 (3H, m), 8. 07 (1H, d, J=2. 8Hz), 12. 25 (1H, brs).

例211:化合物番号211の化合物の製造

原料として、5-ブロモサリチル酸、及び2-アミノ-4, 5-ジフェニルチア ゾールを用いて例199(3)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 25.9%

mp 262-263°C.

 $^{1}H-NMR$  (DMSO-d<sub>6</sub>):  $\delta$  7. 02 (1H, d, J=8. 1Hz), 7. 34-7. 47 (10H, m), 7. 63 (1H, d, J=6. 9Hz), 8. 08 (1H, d, J=2. 4Hz), 11. 88 (1H, brs), 12. 08 (1H, brs).

[2-アミノー4, 5-ジフェニルチアゾール:「日本化学雑誌 (Nihon Kagaku Zasshi)」, 1962年, 第83巻, p. 209参照]

例212:化合物番号212の化合物の製造

原料として、5-プロモサリチル酸、及び2-アミノー4-ベンジルー5-フェニルチアゾールを用いて例199(3)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:28.1%

WO 03/103655 PCT/JP03/07121 --

mp 198-200°C.

<sup>1</sup>H-NMR (DMSO-d<sub>6</sub>):  $\delta$  4. 08 (2H, s), 6. 95 (1H, d, J=8. 8Hz), 7. 15-7. 22 (3H, m), 7. 30 (2H, t, J=7. 6Hz), 7. 38-7. 43 (1H, m), 7. 47 (4H, d, J=4. 4Hz), 7. 57 (1H, brd, J=8. 8Hz), 8. 05 (1H, d, J=2. 4Hz), 11. 98 (1H, brs).

[2-アミノー4-ベンジルー5-フェニルチアゾール:「ケミカル・アンド・ファーマシューティカル・ブレティン (Chemical & Pharmaceutical Bulletin)」, 1962年, 第10巻, p. 376参照]

例213:化合物番号213の化合物の製造

原料として、5-プロモサリチル酸、及び2-アミノ-5-フェニル-4-(トリフルオロメチル)チアゾールを用いて例199(3)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:33.2%

mp  $250^{\circ}$ C (dec.).  $^{1}$ H-NMR (DMSO- $d_{6}$ ):  $\delta$  7. 02 (1 H, d, J=8.8Hz), 7. 51 (5H, s), 7. 63 (1H, dd, J=8.8, 2.4Hz), 8. 02 (1H, d, J=2.8Hz), 12. 38 (1 H, brs).

例214:化合物番号214の化合物の製造

原料として、1-フェニルー1, 3-プタンジオンを用いて例 $199(1)\sim(3)$  と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 8. 9% (3工程)

(1) αープロモー1ーフェニルー1, 3ープタンジオン

<sup>1</sup>H-NMR (CDCl<sub>3</sub>):  $\delta$  2. 46 (3H, s), 5. 62 (1H, s), 7. 48-7. 54 (2H, m), 7. 64 (1H, tt, J=7. 5, 2. 1Hz), 7. 97-8. 01 (2H, m).

(2) 2-アミノー5-アセチルー4-フェニルチアゾール

<sup>1</sup>H-NMR (DMSO-d<sub>6</sub>):  $\delta$  2. 18 (3H, s), 7. 50-7. 55 (2H, m), 7. 59-7. 68 (3H, m), 8. 69 (2H, brs).

- (3) 5-ブロモーN-(5-アセチル-4-フェニルチアゾール-2-イル)-2-ヒドロキシベンズアミド(化合物番号214)
- $^{1}H-NMR$  (DMSO-d<sub>6</sub>):  $\delta$  2. 44 (3H, s), 6. 99 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 55-7. 71 (4H, m), 7. 76-7. 80 (2H, m), 8. 01 (1H, d, J=2.4Hz), 12. 36 (2H, br).

例215:化合物番号215の化合物の製造

原料として、1, 3-ジフェニル-1, 3-プロパンジオンを用いて例199(1)  $\sim$  (3) と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:49.7%

- (1)  $\alpha$ -ブロモー1, 3-ジフェニルー1, 3-プロパンジオン  $^{1}$ H-NMR (CDCl<sub>3</sub>):  $\delta$  6. 55 (1H, s), 7. 45-7. 50 (4H, m), 7. 61 (2H, tt, J=7. 2, 2. 1Hz), 7. 98-8. 0 1 (4H, m).
- (2) 2ーアミノー5ーベンゾイルー4ーフェニルチアゾール
- <sup>1</sup>H-NMR (DMSO-d<sub>6</sub>):  $\delta$  7. 04-7. 18 (5H, m), 7. 22 -7. 32 (3H, m), 7. 35-7. 38 (2H, m), 8. 02 (2H, s).
- (3)5-ブロモーN-(5-ベンゾイル-4-フェニルチアゾール-2-イル)-2-ヒドロキシベンズアミド(化合物番号215)
- <sup>1</sup>H-NMR (DMSO-d<sub>6</sub>):  $\delta$  7. 03 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 17-7. 30 (5H, m), 7. 39-7. 47 (3H, m), 7. 57-7. 60 (2H, m), 7. 64 (1H, dd, J=8.7, 2.7Hz), 8. 05 (1H, d, J=2.4Hz), 11. 82 (1H, brs), 12. 35 (1H, brs).

例216:化合物番号216の化合物の製造

原料として、5-ブロモサリチル酸、及び2-アミノー4-フェニルチアゾール

-5-カルボン酸 エチルエステルを用いて例199(3)と同様の操作を行い、 標題化合物を得た。

収率:28.6%

mp 197-199°C.

<sup>1</sup>H-NMR (DMSO-d<sub>6</sub>):  $\delta$  1. 21 (3H, t, J=6.8Hz), 4. 20 (2H, q, J=6.8Hz), 7. 01 (1H, d, J=8.8Hz), 7. 43-7. 48 (3H, m), 7. 63 (1H, dd, J=8.8, 2.4 Hz), 7. 70-7. 72 (2H, m), 8. 04 (1H, d, J=2.4Hz), 12. 33 (1H, brs).

例217:化合物番号217の化合物の製造

2-(5-ブロモ-2-ヒドロキシベンゾイル) アミノー4-フェニルチアゾール-5-カルボン酸 エチルエステル(化合物番号216)を用いて例36と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:67.0%

<sup>1</sup>H-NMR (DMSO-d<sub>6</sub>):  $\delta$  7. 00 (1H, d, J=8.8Hz), 7. 42-7. 44 (3H, m), 7. 62 (1H, dd, J=8.8, 2.4Hz), 7. 70-7. 72 (2H, m), 8. 04 (1H, d, J=2.4Hz), 12. 31 (1H, brs), 12. 99 (1H, brs).

例218:化合物番号218の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-アミノ-4-フェニルチアゾール -5-カルボン酸 エチルエステルを用いて例199(3)と同様の操作を行い、 標題化合物を得た。

収率:69.4%

<sup>1</sup>H-NMR (DMSO-d<sub>6</sub>):  $\delta$  1. 22 (3H, t, J=7.5Hz), 4. 21 (2H, q, J=7.5Hz), 7. 07 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 43-7. 47 (3H, m), 7. 53 (1H, dd, J=8.7, 2.4Hz), 7. 70-7. 74 (2H, m), 7. 92 (1H, d, J=3.0Hz), 11.

88 (1H, br), 12. 29 (1H, brs).

例219:化合物番号219の化合物の製造

原料として、ペンタフルオロベンゾイル酢酸エチルエステルを用いて例199 (1)~(3)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:40.0%(3工程)

- (1) α ーブロモーペンタフルオロベンゾイル酢酸 エチルエステル 粗成生物のまま次反応に用いた。
- (2) 2-アミノー4-(ペンタフルオロフェニル) チアゾール-5-カルボン で酸 エチルエステル

<sup>1</sup>H-NMR (CDCl<sub>3</sub>):  $\delta$  1. 23 (3H, t, J=7. 2Hz), 4. 2 1 (2H, q, J=7. 2Hz), 5. 41 (2H, s).

(3) 2-(5-プロモー2-ヒドロキシベンゾイル) アミノー4-(ペンタフルオロフェニル) チアゾールー5-カルボン酸 エチル (化合物番号219)  $^1H-NMR$  (DMSO- $d_6$ ):  $\delta$  1. 20(3H, t, J=7.2Hz), 2. <math>51(2H, q, J=7.2Hz), 7.02(1H, d, J=8.7Hz), 7.64(1H, dd, J=8.7, 2.7Hz), 7.90(1H, d, J=3.0Hz), 11.92(1H, br), 12.58(1H, br).

例220:化合物番号220の化合物の製造

2-(5-ブロモー2-ヒドロキシベンゾイル) アミノー4-フェニルチアゾールー5-カルボン酸(化合物番号217;0.20g,0.48mmol)、メチルアミン 40%メタノール溶液(0.2ml)、1-ヒドロキシベンゾトリアゾール 水和物(96.7mg、0.72mmol)、WSC・HCl(137.2mg,0.72mmol)、テトラヒドロフラン(15mL)の混合物を室温で18時間攪拌した。反応混合物を2規定塩酸にあけ、酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を水、飽和食塩水で順次洗浄、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(nーヘキサン:酢酸エチル=1:2)で精製、ジクロロメタン/nーヘキサンで結晶化して、

標題化合物の白色粉末(87.9mg,42.6%)を得た。

<sup>1</sup>H-NMR (DMSO-d<sub>6</sub>):  $\delta$  2. 70 (3H, d, J=4.5Hz), 7. 02 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 40-7. 48 (3H, m), 7. 63 (1H, dd, J=9.0, 2.4Hz), 7. 68-7. 71 (2H, m), 8. 06 (1H, d, J=2.4Hz), 8. 16 (1H, t, J=4.5Hz), 1 1. 88 (1H, br), 12. 15 (1H, brs).

以下の実施例において例220の方法が引用されている場合、脱水縮合剤としては、WSC・HC1、及び1ーヒドロキシベンゾトリアゾール水和物を用いた。また、反応溶媒としては、テトラヒドロフラン等の溶媒を用いた。

例221:化合物番号221の化合物の製造

原料として、2-(5-ブロモー2-ヒドロキシベンゾイル)アミノー4-フェニルチアゾールー5-カルボン酸(化合物番号217)、及びエチルアミンの70%水溶液を用いて例220と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:62.5%

<sup>1</sup>H-NMR (DMSO-d<sub>6</sub>):  $\delta$  1. 05 (3H, t, J=6.9Hz), 3. 15-3. 24 (2H, m), 7. 02 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 40 -7. 47 (3H, m), 7. 63 (1H, dd, J=8.7, 3.0Hz), 7. 69-7. 72 (2H, m), 8. 06 (1H, d, J=2.4Hz), 8. 20 (1H, t, J=5.4Hz), 11. 84 (1H, br), 12. 14 (1H, brs).

例222:化合物番号222の化合物の製造

原料として、2-(5-ブロモ-2-ヒドロキシベンゾイル)アミノ-4-フェニルチアゾール-5-カルボン酸(化合物番号217)、及びイソプロピルアミンを用いて例220と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 23. 9%

<sup>1</sup>H-NMR (DMSO-d<sub>6</sub>):  $\delta$  1. 07 (6H, d, J=6.3Hz), 4. 02 (1H, m), 7. 02 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 40-7. 52

(3H, m), 7. 64 (1H, dd, J=8.7, 2.7Hz), 7. 69-7. 73 (2H, m), 8. 06 (1H, d, J=2.7Hz), 11. 89 (1H, br), 12. 14 (1H, brs).

例223:化合物番号223の化合物の製造

原料として、2-(5-ブロモ-2-ヒドロキシベンゾイル)アミノ-4-フェニルチアゾール-5-カルボン酸(化合物番号217)、及び2-フェネチルアミンを用いて例220と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:62.2%

<sup>1</sup>H-NMR (DMSO-d<sub>6</sub>):  $\delta$  2. 78 (2H, t, J=7.5Hz), 3. 43 (2H, q, J=7.5Hz), 7. 02 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 19-7. 24 (3H, m), 7. 27-7. 33 (2H, m), 7. 39-7. 41 (3H, m), 7. 61-7. 65 (3H, m), 8. 06 (1H, d, J=2.4Hz), 8. 25 (1H, t, J=6.0Hz), 11. 85 (1H, brs), 12. 15 (1H, brs).

例224:化合物番号224の化合物の製造

原料として、5 ーブロモサリチル酸、及び2 ーアミノー4 ー (トリフルオロメチル) チアゾールー5 ーカルボン酸 エチルエステルを用いて例199(3)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:88.7%

<sup>1</sup>H-NMR (DMSO-d<sub>6</sub>):  $\delta$  1. 32 (3H, t, J=7. 2Hz), 4. 33 (2H, q, J=7. 2Hz), 7. 01 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 63 (1H, dd, J=8. 7, 2. 7Hz), 7. 98 (1H, d, J=2. 4Hz), 12. 64 (1H, br).

例225:化合物番号225の化合物の製造

原料として、4-ヒドロキシビフェニル-3-カルボン酸、及び2-アミノ-4-フェニルチアゾール-5-カルボン酸 エチルエステルを用いて例199(3)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

WO 03/103655 PCT/JP03/07121 -

収率:61.7%

mp 207-208°C.

 $^{1}H-NMR$  (DMSO-d<sub>6</sub>):  $\delta$  1. 23 (3H, t, J=7.2Hz), 4.

22 (2H, q, J=7.2Hz), 7.16 (1H, d, J=8.7Hz), 7.

36 (1H, t, J=7.5Hz), 7. 45-7. 50 (5H, m), 7. 69

-7.76 (4H, m), 7.85 (1H, dd, J=8.7, 2.4Hz), 8.

31 (1H, d, J=2.4Hz), 11.73 (1H, brs), 12.60 (1 H, brs).

[4-ヒドロキシビフェニル-3-カルボン酸:「テトラヘドロン(Tetrahedron)」, (米国), 1997年, 第53巻, p. 11437参照]

例226:化合物番号226の化合物の製造

原料として、(4'-7)ルオロー4ーヒドロキシビフェニル) -3 -3 ルボン酸及び2 - 7 - 1 -

収率:62.7%

mp 237-238°C.

 $^{1}H-NMR (DMSO-d_{6}): \delta$  1. 22 (3H, t, J=7. 2Hz),

4. 21 (2H, q, J=7. 2Hz), 7. 13 (1H, d, J=8. 4Hz),

7. 28 (2H, t, J=8.8Hz), 7. 44-7. 45 (3H, m), 7.

71-7.75 (4H, m), 7.81 (1H, dd, J=8.8, 2.4Hz),

8. 27 (1H, d, J=2. 4Hz), 11. 67 (1H, brs), 12. 5 8 (1H, brs).

[(4'-フルオロ-4-ヒドロキシビフェニル) -3-カルボン酸:「テトラヘドロン (Tetrahedron)」, 1997年, 第53巻, p. 11437参照]

例227:化合物番号227の化合物の製造

原料として、(2', 4' -ジフルオロー4-ヒドロキシビフェニル) -3-カルボン酸及び2-アミノー4-フェニルチアゾール-5-カルボン酸 エチルエス

テルを用いて例199(3)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:45.6%

mp 206-207°C.

<sup>1</sup>H-NMR (DMSO-d<sub>6</sub>): δ 1. 22 (3H, t, J=7. 2Hz), 4. 22 (2H, q, J=7, 2Hz), 7. 17 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 21 (1H, td, J=8. 7, 2. 4Hz), 7. 38 (1H, ddd, J=11. 7, 9. 3, 2. 4Hz), 7. 44-7. 46 (3H, m), 7. 6 0-7. 75 (4H, m), 8. 13-8. 14 (1H, m), 11. 86 (1H, brs), 12. 46 (1H, brs).

例228:化合物番号228の化合物の製造

(1) [4-ヒドロキシ-4'-(トリフルオロメチル) ビフェニル] -3-カルボン酸

5ーブロモサリチル酸(500 mg, 2.30 mm o 1)、ジヒドロキシー4ー (トリフルオロメチル)フェニルボラン(488 mg, 2.57 mm o 1)、酢酸パラジウム(10 mg, 0.040 mm o 1)及び1 m o 1 / L炭酸ナトリウム水溶液(7 m L)の混合物を80℃で1時間攪拌した。反応混合物を室温まで冷却後、2規定塩酸にあけ、酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を水、飽和食塩水で順次洗浄、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣を、定法に従い、トリメチルシリルジアゾメタン及びメタノールによりメチルエステル化し、次いでシリカゲルカラムクロマトグラフィー(n ー へ キサン:酢酸エチル = 5:1)で精製して、無色液体(563 mg)を得た。この液体のメタノール(10 m L)溶液に、2規定水酸化ナトリウム(3 m L)を加え、60℃で1時間攪拌した。反応混合物を室温まで冷却後、2規定塩酸にあけ酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を水、飽和食塩水で順次洗浄、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣を n ー へ キサン / ジクロルメタンで懸濁洗浄して、標題化合物の白色結晶(458 mg, 70.4%)を得た。mp 185℃(dec.)

<sup>1</sup>H-NMR (DMSO- $d_6$ ):  $\delta$  7. 09 (1H, d, J=8.8Hz), 7. 77 (2H, d, J=8.0Hz), 7. 85 (2H, d, J=8.0Hz), 7. 90 (1H, dd, J=8.8, 2.0Hz), 8. 10 (1H, d, J=2.4Hz), 11.80 (1H, brs).

(2) 2- {[4-ヒドロキシー4'-(トリフルオロメチル) ビフェニル] -3 ーカルボニル} アミノー4-フェニルチアゾールー5-カルボン酸 エチルエス テル(化合物番号228)

原料として、[4-ヒドロキシ-4'-(トリフルオロメチル) ビフェニル] -3 -カルボン酸及び2-アミノ-4-フェニルチアゾール-5-カルボン酸 エチルエステルを用いて例199(3)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:41.7%

mp 236-237°C.

<sup>1</sup>H-NMR (DMSO-d<sub>6</sub>):  $\delta$  1. 22 (3H, t, J=7. 2Hz), 4. 21 (2H, q, J=7. 2Hz), 7. 18 (1H, d, J=8. 8Hz), 7. 44-7. 45 (3H, m), 7. 72-7. 74 (2H, m), 7. 81 (2H, d, J=8. 4Hz), 7. 91 (1H, dd, J=8. 8, 2. 4Hz), 7. 93 (2H, d, J=8.4Hz), 8. 36 (1H, d, J=2. 4Hz), 11. 78 (1H, brs), 12. 62 (1H, brs).

例229:化合物番号229の化合物の製造

原料として、2-ヒドロキシ-5- (1-ピロリル) 安息香酸、及び2-アミノ-4-フェニルチアゾール-5-カルボン酸 エチルエステルを用いて例199 (3) と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:55.0%

<sup>1</sup>H-NMR (DMSO-d<sub>6</sub>):  $\delta$  1. 22 (3H, t, J=7. 2Hz), 4. 22 (2H, q, J=7. 2Hz), 6. 26 (2H, t, J=2. 1Hz), 7. 13 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 32 (2H, t, J=2. 1Hz), 7. 43-7. 47 (3H, m), 7. 70-7. 75 (3H, m), 8. 09 (1H,

d, J=2.7Hz), 11.58(1H, brs), 12.55(1H, brs). 例230:化合物番号230の化合物の製造

(1) 2-ヒドロキシ-5-(2-チエニル) 安息香酸

5-ブロモサリチル酸(500mg, 2.30mmol)、の1,2-ジメトキシ エタン(5mL)溶液に、アルゴン雰囲気下、テトラキス(トリフェニルホスフィ ン) パラジウム(80mg, 0.07mmol)を加え、室温で10分間攪拌した。 次いで、ジヒドロキシー2-チエニルボラン(324mg,2.53mmol)及 び1mol/L炭酸ナトリウム水溶液(7mL)を加え、2時間加熱還流した。反 応混合物を室温まで冷却後、2規定塩酸にあけ、酢酸エチルで抽出した。酢酸エ チル層を水、飽和食塩水で順次洗浄、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧 留去して得られた残渣を、定法に従い、トリメチルシリルジアゾメタン及びメタ ノールによりメチルエステル化し、次いで、シリカゲルカラムクロマトグラフィ - (n-ヘキサン: 酢酸エチル=5:1) で精製して、黄色液体(277mg) を得た。この液体のメタノール(5mL)溶液に、2規定水酸化ナトリウム(1.5 mL)を加え、60℃で1時間攪拌した。反応混合物を室温まで冷却後、2規定塩 酸にあけ、酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を水、飽和食塩水で順次洗浄、 無水硫酸マグネシウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をn-ヘキサ ン/ジクロルメタンで晶析して、標題化合物の白色結晶(58mg, 11.5%) を得た。

<sup>1</sup>H-NMR(DMSO-d<sub>6</sub>): δ 6. 95(1H, d, J=8. 8Hz), 7. 0 9(1H, dd, J=4. 8, 3. 6Hz), 7. 37(1H, dd, J=4. 0, 1. 2Hz), 7. 45(1H, dd, J=5. 2, 1. 2Hz), 7. 74(1H, dd, J=8. 8, 2. 8Hz), 7. 96(1H, d, J=2. 8Hz).

(2) 2-[2-ヒドロキシ-5-(2-チエニル) ベンゾイル] アミノ-4-フェニルチアゾール-5-カルボン酸 エチルエステル (化合物番号230) 原料として、2-ヒドロキシ-5-(2-チエニル) 安息香酸、及び2-アミノ-4-フェニルチアゾール-5-カルボン酸 エチルエステルを用いて例199

(3) と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:58.2%

mp 213-214°C.

<sup>1</sup>H-NMR(DMSO-d<sub>6</sub>): δ 1. 22(3H, t, J=7. 2Hz9, 4. 2 1(2H, q, J=7. 2Hz), 7. 10(1H, d, J=9. 2Hz), 7. 12(1 H, dd, J=4. 8, 3. 6Hz), 7. 44-7. 46(4H, m), 7. 50 (1H, dd, J=4. 8, 1. 2Hz), 7. 71-7. 74(2H, m), 7. 7 9(1H, dd, J=8. 8, 2. 4Hz), 8. 21(1H, d, J=2. 4Hz), 11. 78(1H, brs), 12. 44(1H, brs).

例231:化合物番号231の化合物の製造

- (1) 2-アミノー4-[3, 5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]チアゾ ール
- 3', 5'ービス(トリフルオロメチル)アセトフェノン(0.51g, 2.0 mmol)のテトラヒドロフラン(5ml)溶液に、フェニルトリメチルアンモニウムトリブロミド(753mg, 2mmol)を加え、室温で5時間攪拌した。反応混合物を水にあけ、酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を飽和食塩水で洗浄、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣にエタノール(5mL)、チオウレア(152mg, 2mmol)を加え、30分間加熱還流した。反応混合物を室温まで冷却後、飽和炭酸水素ナトリウム水溶液にあけ、酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を飽和食塩水で洗浄、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(nーヘキサン:酢酸エチル=2:1)で精製、nーヘキサンで懸濁洗浄して、標題化合物の薄黄白色結晶(520.1mg, 83.3%)を得た。

<sup>1</sup>H-NMR (CDCl<sub>3</sub>):  $\delta$  5. 03 (2H, s), 6. 93 (1H, s), 7. 77 (1H, s), 8. 23 (2H, s).

(2) 5 - クロロー 2 - ヒドロキシー N - {4 - [3, 5 - ビス (トリフルオロメチル) フェニル] チアゾールー 2 - イル} ベンズアミド (化合物番号 2 3 1)

5-クロロサリチル酸(172.6mg, 1mmo1)、2-アミノー4-[3, 5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]チアゾール(312.2mg, 1mmo1)、三塩化リン( $44\mu$ L,0.5mmo1)、モノクロロベンゼン(5mL)の混合物を4時間加熱還流した。反応混合物を室温まで冷却後、水にあけ、酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を飽和食塩水で洗浄、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(n-ヘキサン:酢酸エチル= $3:1\rightarrow 2:1$ )で精製して、標題化合物の淡黄白色粉末(109.8mg, 23.5%)を得た。

<sup>1</sup>H-NMR (DMSQ-d<sub>6</sub>):  $\delta$  7. 08 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 53 (1H, dd, J=9.0, 3.0Hz), 7. 94 (1H, d, J=3.0Hz), 8. 07 (1H, s), 8. 29 (1H, s), 8. 60 (2H, s), 1. 77 (1H, s), 12. 23 (1H, s).

例232:化合物番号232の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-アミノ-4, 5, 6, 7-テトラヒドロベンゾ [b] チオフェン-3-カルボン酸 エチルエステルを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 49.6%

<sup>1</sup>H-NMR (DMSO-d<sub>6</sub>):  $\delta$  1. 32 (3H, t, J=7. 2Hz), 1. 74 (4H, br), 2. 63 (2H, br), 2. 75 (2H, br), 4. 30 (2H, q, J=7. 2Hz), 7. 05 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 5 0 (1H, dd, J=8. 7, 3. 0Hz), 7. 92 (1H, d, J=3. 0Hz), 12. 23 (1H, s), 13. 07 (1H, s).

例233:化合物番号233の化合物の製造

原料として、5-ブロモサリチル酸、及び3-アミノ-5-フェニルピラゾール を用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 9.2%

 $^{1}H-NMR$  (DMSO- $d_{6}$ ):  $\delta$  6. 98 (1H, d, J=8.8Hz), 7.

WO 03/103655

01 (1H, s), 7. 35 (1H, t, J=7.6Hz), 7. 46 (2H, t, J=7.6Hz), 7. 58 (1H, dd, J=8.8, 2.8Hz), 7. 74

-7. 76 (2H, m), 8. 19 (1H, s), 10.86 (1H, s), 12.

09 (1H, s), 13.00 (1H, brs).

## 例234:化合物番号234の化合物の製造

(1) 2-アミノー4, 5-ジエチルオキサゾール

プロピオイン(1.03g, 8.87mmol)のエタノール(15mL)溶液に、シアナミド(0.75g, 17.7mmol)、ナトリウムエトキシド(1.21g, 17.7mmol)を加え、室温で3.5時間攪拌した。反応混合物を水にあけ、酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を水、飽和食塩水で順次洗浄、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ジクロロメタン:メタノール=9:1)で精製して、標題化合物の黄色アモルファス(369.2mg, 29.7%)を得た。  $^1$ H-NMR(DMSO-d<sub>6</sub>):δ 1.04(3H, t, J=7.5Hz), 1.06(3H, t, J=7.5Hz), 2.43(2H, q, J=7.5Hz), 6.15(2H, s).

(2) 2-アセトキシ-5-ブロモ-N-(4, 5-ジエチルオキサゾール2-イル) ベンズアミド

原料として、2-アセトキシ-5-ブロモ安息香酸、及び2-アミノ-4,5-ジエチルオキサゾールを用いて例5と同様の操作を行い、標題化合物を得た。 収率:22.0%

<sup>1</sup>H-NMR (CDCl<sub>3</sub>):  $\delta$  1. 22 (3H, t, J=7.5Hz), 1. 2 3 (3H, t, J=7.5Hz), 2. 38 (3H, s), 2. 48 (2H, q, J=7.5Hz), 2. 57 (2H, q, J=7.5Hz), 6. 96 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 58 (1H, dd, J=8.7, 2.7Hz), 8. 32 (1H, s), 11. 40 (1H, br).

(3) 5 - ブロモ- N- (4, 5 - ジエチルオキサゾール 2 - イル) - 2 - ヒド

ロキシベンズアミド (化合物番号234)

原料として、2-アセトキシ-5-プロモ-N-(4, 5-ジェチルオキサゾール-2-イル) ベンズアミドを用いて例 2 と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:70.2%

 $^{1}H-NMR$  (CDC1<sub>3</sub>)  $\delta$  : 1. 25 (3H, t, J=7. 5Hz), 1.

26 (3H, t, J=7.5Hz), 2. 52 (2H, q, J=7.5Hz), 2.

60 (2H, q, J=7.5Hz), 6.84 (1H, d, J=8.7Hz), 7.

43 (1H, dd, J=8.7, 3.0Hz), 8.17 (1H, d, J=3.0

Hz), 11. 35 (1H, br), 12. 83 (1H, br).

例235:化合物番号235の化合物の製造

原料として、5 ーブロモサリチル酸、及び2-アミノー4,5-ジフェニルオキ サゾールを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:32.6%

mp 188-189°C.

 $^{1}H-NMR$  (DMSO-d<sub>6</sub>):  $\delta$  6. 98 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 40-7. 49 (6H, m), 7. 53-7. 56 (2H, m), 7. 59-7. 63 (3H, m), 8. 01 (1H, d, J=2.4Hz), 11. 80 (2H, brs).

[2-アミノー4, 5-ジフェニルオキサゾール:「ツォーナル・オルガニッシェスコイ・キミー:ロシアン・ジャーナル・オブ・オーガニック・ケミストリー (Zhournal Organicheskoi Khimii: Russian Journal of Organic Chemistry)」, (ロシア), 1980年, 第16巻, p. 2185参照]

例236:化合物番号236の化合物の製造

(1) 2-アミノー4, 5-ビス (フラン-2-イル) オキサゾール
 フロイン (0.50g, 2.60mmol) のエタノール (15ml) 溶液に、シアナミド (218.8mg, 5.20mmol)、ナトリウムエトキシド (53

0.8 mg, 7.80 mm o 1)を加え、室温で2時間攪拌した。反応混合物を水にあけ、酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を水、飽和食塩水で順次洗浄、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(n-ヘキサン:酢酸エチル=1:1→1:2)で精製して、標題化合物の黒褐色結晶(175.0 mg, 31.1%)を得た。  $^{1}H-NMR (DMSO-d_s): \delta \quad 6.59 (1H,d_d,I=3.3.2)$ 

<sup>1</sup>H-NMR (DMSO-d<sub>6</sub>):  $\delta$  6. 59 (1H, dd, J=3. 3, 2. 1Hz), 6. 62 (1H, dd, J=3. 3, 2. 1Hz), 6. 73 (1H, dd, J=3. 3, 0. 6Hz), 6. 80 (1H, dd, J=3. 3, 0. 9Hz), 7. 05 (2H, s), 7. 75-7. 76 (2H, m).

(2) 5ーブロモーNー[4, 5ービス(フランー2ーイル) オキサゾールー2ーイル] -2ーヒドロキシベンズアミド(化合物番号236)

原料として、5 ーブロモサリチル酸、及び2 ーアミノー4, 5 ービス (フランー2 ーイル) オキサゾールを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。 収率:12.9%

<sup>1</sup>H-NMR (DMSO-d<sub>6</sub>):  $\delta$  6. 65 (1H, dd, J=3. 6, 1. 8Hz), 6. 68 (1H, dd, J=3. 6, 1. 8Hz), 6. 75 (1H, d, J=8, 7Hz), 6. 92 (1H, dd, J=3. 6, 0. 9Hz), 6. 93 (1H, d, J=3. 3Hz), 7. 37 (1H, dd, J=8. 7, 2. 7Hz), 7. 80 (1H, dd, J=1. 8, 0. 9Hz), 7. 84 (1H, dd, J=1. 8, 0. 9Hz), 7. 92 (1H, d, J=3. 0Hz), 14. 88 (2H, br).

例237:化合物番号237の化合物の製造

(1) 2-rセトキシーN-(5-トリフルオロメチルー1, 3, 4-チアジア ゾールー2-イル) ベンズアミド

原料として、O-アセチルサリチル酸クロリド、及び2-アミノ-5-トリフル オロメチル-1,3,4-チアジアゾールを用いて例1と同様の操作を行い、標 類化合物を得た。

収率:51.1%

<sup>1</sup>H-NMR (DMSO-d<sub>6</sub>):  $\delta$  2. 23 (3H, s), 7. 32 (1H, d d, J=8. 0, 1. 2Hz), 7. 45 (1H, t d, J=7. 6, 1. 2Hz), 7. 69 (1H, t d, J=8. 0, 2. 0Hz), 7. 87 (1H, d d, J=8. 0, 2. 0Hz), 13. 75 (1H, brs).

(2) 2-ヒドロキシーN-(5-トリフルオロメチル-1, 3, 4-チアジア ゾール-2-イル) ベンズアミド (化合物番号237)

原料として、2-アセトキシ-N-(5-トリフルオロメチル-1, 3, 4-チアジアゾール-2-イル) ベンズアミドを用いて例 2 と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:92.9%

<sup>1</sup>H-NMR (DMSO-d<sub>6</sub>):  $\delta$  7. 00 (1H, td, J=8. 0, 0. 8Hz), 7. 06 (1H, d, J=8. 4Hz), 7. 51 (1H, ddd, J=8. 4, 7. 6, 2. 0Hz), 7. 92 (1H, dd, J=8. 0, 1. 6Hz), 12. 16 (1H, br).

例238:化合物番号238の化合物の製造

原料として、5-ブロモサリチル酸、及び2-アミノ-5-トリフルオロメチル -1,3,4-チアジアゾールを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を 得た。

収率:80.2%

<sup>1</sup>H-NMR (DMSO-d<sub>6</sub>):  $\delta$  7. 01 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 63 (1H, dd, J=8.7, 2.7Hz), 7. 97 (1H, d, J=2.4Hz).

例239:化合物番号239の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3-アミノピリジンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:23.2%

 $^{1}$ H-NMR (DMSO-d<sub>6</sub>):  $\delta$  7. 02 (1H, d, J=9. 3Hz), 7. 42 (1H, ddd, J=9. 0, 4. 8, 0. 6Hz), 7. 47 (1H, dd, J=8. 7, 5. 7Hz), 7. 92 (1H, d, J=2. 7Hz), 8. 15 (1H, ddd, J=8. 4, 2. 4, 1. 5Hz), 8. 35 (1H, dd, J=7. 8, 1. 5Hz), 8. 86 (1H, d, J=2. 4Hz), 10. 70 (1H, s).

例240:化合物番号240の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び5-アミノ-2-クロロピリジンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:12.2%

<sup>1</sup>H-NMR (DMSO-d<sub>6</sub>):  $\delta$  7. 04 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 49 (1H, dd, J=9.0, 3.0Hz), 7. 54 (1H, d, J=8.4 Hz), 7. 88 (1H, d, J=2.7Hz), 8. 21 (1H, dd, J=8.7, 2.7Hz), 8. 74 (1H, d, J=2.7Hz), 10. 62 (1H, s), 11. 57 (1H, s).

例241:化合物番号241の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-アミノ-6-クロロ-4-メトキシピリミジンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 2. 2%、白色固体

<sup>1</sup>H-NMR (DMSO-d<sub>6</sub>):  $\delta$  3. 86 (3H, s), 6. 85 (1H, s), 7. 01 (1H, d, J=9. 0Hz), 7. 47 (1H, dd, J=9. 0, 3. 0Hz), 7. 81 (1H, d, J=3. 0Hz), 11. 08 (1H, s), 11. 65 (1H, s).

例242:化合物番号242の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び3-アミノキノリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 4.3%

<sup>1</sup>H-NMR (DMSO-d<sub>6</sub>):  $\delta$  7. 07 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 51 (1H, dd, J=9. 0, 3. 0Hz), 7. 61 (1H, dt, J=7. 8, 1. 2Hz), 7. 70 (1H, dt, J=7. 8, 1. 5Hz), 7. 98 (2H, d, J=3. 0Hz), 8. 01 (1H, s), 8. 82 (1H, d, J=2. 4Hz), 10. 80 (1H, s), 11. 74 (1H, s).

例243:化合物番号243の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-アミノー6-ブロモピリジンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:12.3%

<sup>1</sup>H-NMR (DMSO-d<sub>6</sub>):  $\delta$  7. 07 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 42 (1H, d, J=7.8Hz), 7. 51 (1H, dd, J=8.7, 2.7 Hz), 7. 82 (1H, t, J=7.5Hz), 7. 94 (1H, d, J=3.0Hz), 8. 24 (1H, d, J=7.8Hz), 10. 95 (1H, s), 11. 97 (1H, s).

例244:化合物番号244の化合物の製造

(1) 2-アセトキシー5-クロロ安息香酸

5-クロロサリチル酸(13.35g,77mmol)、無水酢酸(20mL)の混合物に濃硫酸(0.08mL)をゆっくり滴下した。反応混合物が固化した後、氷水にあけ、酢酸エチルで抽出した。有機層を水、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した。溶媒を減圧留去して得られた残渣をnーヘキサンで懸濁洗浄して、標題化合物の白色結晶(15.44g,93.0%)を得た。

<sup>1</sup>H-NMR (DMSO-d<sub>6</sub>):  $\delta$  2. 25 (3H, s), 7. 27 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 72 (1H, dd, J=8. 7, 2. 7Hz), 7. 89 (1H, d, J=2. 7Hz), 13. 47 (1H, s).

(2) 2-アセトキシ-5-クロロ-N-(ピリダジン-2-イル)ベンズアミド

原料として、2-アセトキシー5-クロロ安息香酸、及び2-アミノピリダジン

を用いて例204(3)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:19.7%

<sup>1</sup>H-NMR (CDCl<sub>3</sub>):  $\delta$  2. 42 (3H, s), 7. 19 (1H, d, J = 8. 7Hz), 7. 54 (1H, dd, J=8. 7, 2. 7Hz), 8. 01 (1H, d, J=2. 4Hz), 8. 28 (1H, dd, J=2. 4, 1. 8Hz), 8. 42 (1H, d, J=2. 4Hz), 9. 09 (1H, s), 9. 66 (1H, d, J=1. 8Hz).

(3) 5 - クロロー 2 - ヒドロキシー N - (ピリダジン - 2 - イル) ベンズアミド(化合物番号 2 4 4)

原料として、2-アセトキシー5-クロロ-N-(ピリダジン-2-イル)ベンズアミドを用いて例2と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:72.6%

<sup>1</sup>H-NMR (DMSO-d<sub>6</sub>):  $\delta$  7. 09 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 52 (1H, dd, J=8.7, 2.7Hz), 7. 96 (1H, d, J=2.7Hz), 8. 44-8. 47 (2H, m), 9. 49 (1H, s), 10. 99 (1H, s), 12. 04 (1H, s).

例245:化合物番号245の化合物の製造

原料として、5-ブロモサリチル酸、及び2-アミノ-5-ブロモピリミジンを 用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:10.3%

<sup>1</sup>H-NMR (DMSO-d<sub>6</sub>): δ 6.98 (1H, d, J=8.8Hz), 7.59 (1H, dd, J=8.8, 2.4Hz), 8.00 (1H, d, J=2.8Hz), 8.86 (2H, s), 11.09 (1H, s), 11.79 (1H, s). 例246:化合物番号246の化合物の製造

原料として、2-(5-ブロモ-2-ヒドロキシベンゾイル)アミノ-4-フェニルチアゾール5-カルボン酸(化合物番号217)、及びプロピルアミンを用いて例220と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:23.1%

<sup>1</sup>H-NMR (DMSO- $d_6$ ):  $\delta$  0. 82 (3H, t, J=7.5Hz), 1. 39-1. 51 (2H, m), 3. 13 (2H, q, J=6.6Hz), 7. 02 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 40-7. 48 (3H, m), 7. 63 (1H, dd, J=8.7, 2.7Hz), 7. 68-7. 72 (2H, m), 8. 06 (1H, d, J=2.7Hz), 8. 18 (1H, t, J=5.7Hz), 11. 87 (1H, brs), 12. 14 (1H, brs).

例247:化合物番号247の化合物の製造

 $5-スルフォサリチル酸(218mg, 1mmol)、3, 5-ビス(トリフルオロメチル)アニリン(229mg, 1mmol)、三塩化リン(88<math>\mu$ L, 1mmol)、オルトーキシレン(5mL)の混合物を3時間加熱還流した。反応混合物を室温まで冷却後、シリカゲルカラムクロマトグラフィー(n-ヘキサン:酢酸エチル=3:1)で精製して、標題化合物の白色固体(29mg, 9.2%)を得た。

<sup>1</sup>H-NMR (DMSO-d<sub>6</sub>):  $\delta$  7. 15 (1H, d, J=8.8Hz), 7. 65 (2H, s), 7. 73 (1H, s), 7. 81 (1H, s), 7. 82 (1H, dd, J=8.7, 2.5Hz), 8. 23 (1H, d, J=2.5Hz), 8. 38 (2H, s), 10. 87 (1H, s), 11. 15 (1H, brs).

例248:化合物番号248の化合物の製造

5-クロロサリチル酸( $87\,\mathrm{mg}$ ,  $0.5\,\mathrm{mmo}\,1$ )、2, 2-ビス(3-アミノ -4-メチルフェニル)-1, 1, 1, 3, 3, 3-ヘキサフルオロプロパン(36 $3\,\mathrm{mg}$ ,  $1\,\mathrm{mmo}\,1$ )、三塩化リン( $44\,\mu$ L,  $0.5\,\mathrm{mmo}\,1$ )、トルエン( $4\,\mathrm{mL}$ )の混合物を $4\,\mathrm{時間}$ 加熱還流した。反応混合物を室温まで冷却後、シリカゲ ルカラムクロマトグラフィー(n-ヘキサン:酢酸エチル=5:1)で精製して、標題化合物の白色( $16\,\mathrm{mg}$ , 4.9%)を得た。(後述する例251、化合物番号251の化合物を副生成物として得た。)

 $^{1}H-NMR (DMSO-d_{6}): \delta$  2. 34 (6H, s), 7. 04 (4H, d,

J=8.8Hz), 7. 39 (2H, d, J=8.4Hz), 7. 48 (2H, d d, J=8.8, 2. 9Hz), 7. 96 (2H, d, J=2.9Hz), 8. 1 9 (2H, s), 10. 44 (2H, s), 12. 17 (2H, s).

例249:化合物番号249の化合物の製造

原料として、3-フェニルサリチル酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル) アニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:64.6%

<sup>1</sup>H-NMR (DMSO-d<sub>6</sub>):  $\delta$  7. 12 (1H, t, J=8. 1Hz), 7. 37 (1H, tt, J=7. 5, 1. 5Hz), 7. 43-7. 48 (2H, m), 7. 56-7. 60 (3H, m), 7. 91 (1H, s), 8. 07, (1H, dd, J=8. 1, 1. 5Hz), 8. 48 (2H, s), 11. 00 (1H, s), 12. 16 (1H, s).

例250:化合物番号250の化合物の製造

原料として、4-フルオロサリチル酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:65.7%

<sup>1</sup>H-NMR (DMSO-d<sub>6</sub>): δ 6.81-6.90 (2H, m), 7.84 (1H, s,), 7.93-7.98 (1H, m,), 8.45 (2H, s,), 10.78 (1H, s), 11.81 (1H, s,).

例251:化合物番号251の化合物の製造

前述した例248において、化合物番号248の化合物との混合物を分離して得た。

収率: 9.4%

<sup>1</sup>H-NMR (CD<sub>3</sub>OD):  $\delta$  2. 16 (3H, s), 2. 34 (3H, s), 6. 69 (1H, d, J=8. 2Hz), 6. 76 (1H, brs) 6. 95 (1 H, d, J=8. 8Hz), 7. 02 (1H, d, J=8. 0Hz), 7. 15 (1 H, d, J=8. 2Hz), 7. 29 (1H, d, J=8. 2Hz), 7. 37 (1

H, dd, J=8. 8, 2. 6Hz), 7. 97 (1H, d, J=2. 6Hz), 7. 98 (1H, s).

例252:化合物番号252の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び4-[2-アミノ-4-(トリフルオロメチル)フェノキシ]ベンゾニトリルを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:11.6%

<sup>1</sup>H-NMR (CD<sub>3</sub>OD):  $\delta$  6. 88 (1H, d, J=8. 6Hz), 7. 1 9 (2H, d, J=8. 9Hz), 7. 24 (1H, d, J=8. 6Hz), 7. 33 (1H, dd, J=8. 8, 2. 8Hz), 7. 46 (1H, dd, J=8. 9, 1. 9Hz), 7. 76 (2H, d, J=8. 9Hz), 7. 98 (1H, d, J=2. 7Hz), 8. 96 (1H, s).

例253:化合物番号253の化合物の製造

原料として、5 - クロロサリチル酸、及び3 - アミノ-4 - (4 - メトキシフェノキシ) ベンゾトリフルオライドを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:88.1%

<sup>1</sup>H-NMR (CDCl<sub>3</sub>):  $\delta$  3. 85 (3H, s) 6. 81 (1H, d, J = 8. 5Hz), 6. 97-7. 02 (3H, m), 7. 08 (2H, d, J=8. 8Hz), 7. 30 (1H, m), 7. 40 (1H, dd, J=8. 8, 1. 9Hz), 7. 45 (1H, d, J=2. 2Hz), 8. 70 (1H, s), 8. 78 (1H, d, J=1. 6Hz), 11. 76 (1H, s).

例254:化合物番号254の化合物の製造

原料として、サリチル酸、及び2,5-ビス(トリフルオロメチル)アニリンを 用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率: 47.8%

 $^{1}H-NMR (CD_{3}OD): \delta$  7. 00-7. 06 (2H, m), 7. 48 (1

H, dt, J=1.5, 7.5Hz), 7.74 (1H, d, J=8.4Hz), 8.01-8.08 (2H, m), 8.79 (1H, s), 11.09 (1H, s), 12.03 (1H, s).

例255:化合物番号255の化合物の製造

(1) 2-アミノ-4-(2, 4-ジクロロフェニル) チアゾール 原料として、2', 4'-ジクロロアセトフェノン、及びチオウレアを用いて例 231(1)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:97.1%

<sup>1</sup>H-NMR (CDCl<sub>3</sub>):  $\delta$  5. 01 (2H, s), 7. 09 (1H, s), 7. 28 (1H, dd, J=8. 4, 2. 1Hz), 7. 45 (1H, d, J=2. 1Hz), 7. 82 (1H, d, J=8. 4Hz).

(2) 5-クロロー 2-ヒドロキシーN- [4-(2, 4-ジクロロフェニル) チアゾールー 2-イル] ベンズアミド (化合物番号 255)

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-アミノー4-(2,4-ジクロロフェニル)チアゾールを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:8.0%

<sup>1</sup>H-NMR (DMSO-d<sub>6</sub>):  $\delta$  7. 08 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 50-7. 55 (2H, m), 7. 72-7. 76 (2H, m), 7. 91 (1H, d, J=8.4Hz), 7. 95 (1H, d, J=2.4Hz), 11. 87 (1H, brs), 12. 09 (1H, brs).

例256:化合物番号256の化合物の製造

原料として、3-イソプロピルサリチル酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメ チル)アニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:99.2%

<sup>1</sup>H-NMR (CDCl<sub>3</sub>):  $\delta$  1. 26 (6H, d, J=6. 9Hz), 3. 4 4 (1H, Hept, J=6. 9Hz), 6. 92 (1H, t, J=7. 8Hz), 7. 38 (1H, dd, J=8. 1, 1. 2Hz), 7. 44 (1H, d, J=7.

5 H z), 7. 6 9 (1 H, s), 8. 1 3 (3 H, s), 1 1. 8 8 (1 H, s). 例 2 5 7 : 化合物番号 2 5 7 の化合物の製造

N-[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-2-ヒドロキシ-3-イソプロピルベンズアミド(化合物番号256;100mg,0.26mmol)の四塩化炭素(5mL)溶液に、アルゴン雰囲気下、臭素(14.4 $\mu$ L,0.28mmol)及び鉄粉(1.7mg,0.03mmol)を加え、室温で2時間攪拌した。反応混合物を酢酸エチルで希釈した。酢酸エチル層を水、飽和食塩水で順次洗浄、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。溶媒を減圧留去して得られた残渣をn-ヘキサン/酢酸エチルで晶析して、標題化合物の白色固体(110mg,91.5%)を得た。

<sup>1</sup>H-NMR (CDCl<sub>3</sub>):  $\delta$  1. 25 (6H, d, J=6. 9Hz), 3. 3 9 (1H, Hept, J=6. 9Hz), 7. 49-7. 51 (2H, m), 7. 71 (1H, brs), 8. 11-8. 14 (3H, m), 11. 81 (1H, brs).

例258:化合物番号258の化合物の製造

N-[3, 5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-2-ヒドロキシ-3-メチルベンズアミド(化合物番号58;150mg,0.41mmol)のメタノール/水(3:1)混合溶液(5mL)に、N-ブロモコハク酸イミド(88.2mg,0.50mmol)を加え、室温で10分間攪拌した。反応混合物を酢酸エチルで希釈した。酢酸エチル層を10%チオ硫酸ナトリウム水溶液、水、飽和食塩水で順次洗浄、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(n-ヘキサン:酢酸エチル=5:1)で精製して、標題化合物の白色粉末(167mg,91.5%)を得た。

<sup>1</sup>H-NMR (CDCl<sub>3</sub>):  $\delta$  2. 28 (3H, s), 7. 47 (1H, s), 7. 50 (1H, d, J=2. 4Hz), 7. 71 (1H, s), 8. 08 (1H, brs), 8. 13 (2H, s), 11. 71 (1H, s).

例259:化合物番号259の化合物の製造

N-[3, 5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-2-ヒドロキシ-3-フェニルベンズアミド(化合物番号249)を用いて例258と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:67.5%

 $^{1}$ H-NMR (DMSO-d<sub>6</sub>):  $\delta$  7. 36-7. 50 (3H, m), 7. 55 -7. 59 (2H, m), 7. 71 (1H, d, J=2. 1Hz), 7. 93 (1 H, brs), 8. 28 (1H, d, J=2. 1Hz), 8. 45 (2H, s), 1 1. 06 (1H, brs), 12. 16 (1H, brs).

例260:化合物番号260の化合物の製造

(1) 2-アミノー4-(3, 4-ジクロロフェニル) チアゾール 原料として、3', 4'-ジクロロアセトフェノン、及びチオウレアを用いて例 231(1)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:77.8%

<sup>1</sup>H-NMR (DMSO-d<sub>6</sub>):  $\delta$  7. 17 (2H, s), 7. 24 (1H, s), 7. 62 (1H, d, J=8. 4Hz), 7. 78 (1H, dd, J=8. 7, 2. 7Hz), 8. 22 (1H, d, J=2. 4Hz).

(2) 5-クロロー2-ヒドロキシーN- [4-(3, 4-ジクロロフェニル) チアゾール-2-イル] ベンズアミド (化合物番号260)

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-アミノ-4-(3, 4-ジクロロフェニル)チアゾールを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:15.1%

<sup>1</sup>H-NMR (DMSO-d<sub>6</sub>):  $\delta$  7. 08 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 52 (1H, dd, J=8.7, 2.7Hz), 7. 71 (1H, d, J=8.4 Hz), 7. 91 (1H, d, J=1.8Hz), 7. 94 (1H, s), 8. 18 (1H, d, J=1.5Hz), 12. 09 (2H, bs).

例261:化合物番号261の化合物の製造

(1) 2-アミノ-4-[4-(トリフルオロメチル) フェニル] チアゾール 原料として、<math>4'-(トリフルオロメチル) アセトフェノン、及びチオウレアを 用いて例 231(1) と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:77.5%

<sup>1</sup>H-NMR (DMSO-d<sub>6</sub>):  $\delta$  7. 18 (2H, s), 7. 26 (1H, s), 7. 72 (2H, d, J=8. 4Hz), 8. 00 (2H, d, J=8. 1Hz).

(2) 5-クロロー2ーヒドロキシーN-{4-[4-(トリフルオロメチル)フェニル] チアゾールー2ーイル} ベンズアミド(化合物番号261)

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-アミノ-4-[4-(トリフルオロメチル)フェニル]チアゾールを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:16.0%

<sup>1</sup>H-NMR (DMSO-d<sub>6</sub>):  $\delta$  7. 09 (1H, d, J=9.0Hz), 7. 53 (1H, dd, J=8.7, 2.7Hz), 7. 81 (2H, d, J=8.4 Hz), 7. 96 (1H, d, J=2.4Hz), 7. 98 (1H, s), 8. 16 (2H, d, J=8.1Hz), 11. 91 (1H, bs), 12. 13 (1H, bs).

例262:化合物番号262の化合物の製造

(1) 2-メトキシー4-フェニル安息香酸メチル

4-クロロー2-メトキシ安息香酸メチル(904mg, 4.5mmol)、フェニルボロン酸(500mg, 4.1mmol)、炭酸セシウム(2.7g, 8.2 mmol)のN, Nージメチルホルムアミド(15mL)溶液に、アルゴン雰囲気下、ジクロロビス(トリフェニルホスフィン)パラジウム(29mg, 0.04mmol)を加え、120℃で8時間攪拌した。反応混合物を室温まで冷却後、酢酸エチルで希釈した。酢酸エチル層を水、飽和食塩水で順次洗浄、無水硫酸ナトリウムで乾燥した。溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(nーヘキサン:酢酸エチル=10:1)で精製して、標題化合

物の無色油状物(410mg, 41.2%)を得た。

<sup>1</sup>H-NMR (CDCl<sub>3</sub>):  $\delta$  3. 91 (3H, s), 3. 98 (3H, s), 7. 17 (1H, d, J=1. 5Hz), 7. 20 (1H, dd, J=8. 1, 1. 5Hz), 7. 31-7. 50 (3H, m), 7. 59-7. 63 (2H, m), 7. 89 (1H, d, J=8. 1Hz).

(2) 2-メトキシ-4-フェニル安息香酸

2-メトキシー4-フェニル安息香酸メチル(410mg, 1.69mmol)のメタノール(5mL)溶液に2規定水酸化ナトリウム水溶液(5mL)を加え、1時間加熱還流した。反応混合物を室温まで冷却後、溶媒を減圧留去した。得られた残渣に2規定塩酸を加え、析出した結晶を濾取して、標題化合物の粗生成物(371mg, 96.0%)を得た。

<sup>1</sup>H-NMR (DMSO-d<sub>6</sub>):  $\delta$  3. 93 (3H, s), 7. 29 (1H, d d, J=8. 1, 1. 5Hz), 7. 34 (1H, d, J=1. 5Hz), 7. 4 0-7. 53 (3H, m), 7. 73-7. 77 (3H, m), 12. 60 (1H, s).

(3) N-[3, 5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]-2-メトキシー 4-フェニルベンズアミド

原料として、2-メトキシ-4-フェニル安息香酸、及び3,5-ビス(トリフルオロメチル)アニリンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。 収率:97.5%

<sup>1</sup>H-NMR (CDCl<sub>3</sub>): δ 4. 19 (3H, s), 7. 25 (1H, m), 7. 38-7. 53 (4H, m), 7. 62-7. 65 (3H, m), 8. 12 (2H, s), 8. 35 (1H, d, J=8. 1Hz), 10. 15 (1H, brs). (4) N-[3, 5-ビス (トリフルオロメチル) フェニル] -2-ヒドロキシー4-フェニルベンズアミド (化合物番号 262)

N-[3, 5-ビス (トリフルオロメチル) フェニル] -2-メトキシ-4-フェニルベンズアミド (100mg, 0.24mmol) のジクロロメタン (5mm)

<sup>1</sup>H-NMR (DMSO-d<sub>6</sub>):  $\delta$  7. 20 (1H, dd, J=8. 4. 1. 8Hz), 7. 30 (1H, d, J=1. 8Hz), 7. 39-7. 51 (3H, m), 7. 60-7. 64 (3H, m), 7. 70 (1H, brs), 8. 15 (2H, s), 8. 19 (1H, brs), 11. 59 (1H, s).

例263:化合物番号263の化合物の製造

(1) 2-アミノ-4-(2, 5-ジフルオロフェニル) チアゾール 原料として、2', 5'-ジフルオロアセトフェノン、及びチオウレアを用いて 例231(1)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:77.8%

<sup>1</sup>H-NMR (DMSO-d<sub>6</sub>):  $\delta$  7. 45 (1H, d, J=2.7Hz), 7. 11-7. 17 (1H, m), 7. 19 (2H, s), 7. 28-7. 36 (1H, m), 7. 65-7. 71 (1H, m).

(2) 5-クロロー 2-ヒドロキシ-N-[4-(2, 5-ジフルオロフェニル) チアゾールー 2-イル] ベンズアミド (化合物番号 263)

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-アミノ-4-(2,5-ジフルオロフェニル)チアゾールを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。収率:36.5%

<sup>1</sup>H-NMR (DMSO-d<sub>6</sub>):  $\delta$  7. 09 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 22-7. 30 (1H, m), 7. 37 (1H, m), 7. 53 (1H, dd, J=8.7, 3.0Hz), 7. 72 (1H, d, J=2.4Hz), 7. 77-7. 84 (1H, m), 7. 94 (1H, d, J=3.0Hz), 11. 89 (1H,

bs), 12. 12 (1H, bs).

例264:化合物番号264の化合物の製造

(1) 2-アミノー4-(4-メトキシフェニル) チアゾール

原料として、4'ーメトキシアセトフェノン、及びチオウレアを用いて例231

(1) と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:85.2%

 $^{1}H-NMR$  (DMSO-d<sub>6</sub>):  $\delta$  3. 76 (3H, s), 6. 82 (1H, s), 6. 92 (2H, d, J=9. 0Hz), 7. 01 (2H, s), 7. 72 (2H, d, J=8. 7Hz).

(2) 5 - クロロー 2 - ヒドロキシー N - [4 - (4 - メトキシフェニル) チア ゾールー 2 - イル] ベンズアミド (化合物番号 2 6 4)

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-アミノ-4-(4-メトキシフェ ニル)チアゾールを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:16.4%

<sup>1</sup>H-NMR (DMSO- $d_6$ ):  $\delta$  3. 80 (3H, s), 7. 01 (2H, d, J=9. 0Hz), 7. 07 (1H, d, J=8. 7Hz), 7. 50-7. 55 (2H, m), 7. 86 (2H, d, J=9. 0Hz), 7. 96 (1H, d, J=2. 7Hz), 11. 90 (1H, bs), 12. 04 (1H, bs).

例265:化合物番号265の化合物の製造

(1) 2-アミノ-4-[3-(トリフルオロメチル)フェニル]チアゾール 原料として、3'-(トリフルオロメチル)アセトフェノン、及びチオウレアを 用いて例231(1)と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:94.1%

<sup>1</sup>H-NMR (DMSO- $d_6$ ):  $\delta$  7. 19 (2H, s), 7. 27 (1H, s), 7. 61 (2H, dd, J=3. 9, 1. 5Hz), 8. 07-8. 13 (2H, m).

(2)  $5-クロロ-2-ヒドロキシ-N-\{4-[3-(トリフルオロメチル)$ 

フェニル] チアゾールー2-イル} ベンズアミド (化合物番号265)

原料として、5 ークロロサリチル酸、及び2 ーアミノー4 ー [3 ー (トリフルオロメチル)フェニル]チアゾールを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:31.0%

<sup>1</sup>H-NMR (DMSO-d<sub>6</sub>):  $\delta$  7. 13 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 53 (1H, dd, J=9.0, 2.7Hz), 7. 70 (1H, d, J=2.4 Hz), 7. 71 (1H, d, J=1.2Hz), 7. 95 (1H, d, J=2.7Hz), 8. 00 (1H, s), 8. 24-8. 27 (2H, m), 12. 16 (2H, bs).

例266:化合物番号266の化合物の製造

(1) 2-アミノー4-(2, 3, 4, 5, 6-ペンタフルオロフェニル) チア ゾール

原料として、2', 3', 4', 5', 6' -ペンタフルオロアセトフェノン、及びチオウレアを用いて例 2 3 1 (1) と同様の操作を行い、標題化合物を得た。収率: 8 6 . 7%

 $^{1}$ H-NMR(CDCl<sub>3</sub>):  $\delta$  5. 19(2H, s), 6. 83(1H, s). (2)5-クロロー2ーヒドロキシーN- [4-(2, 3, 4, 5, 6-ペンタフルオロフェニル)チアゾールー2ーイル]ベンズアミド(化合物番号266)原料として、5ークロロサリチル酸、及び2ーアミノー4-(2, 3, 4, 5, 6ーペンタフルオロフェニル)チアゾールを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:23.8%

 $^{1}$ H-NMR (DMSO-d<sub>6</sub>):  $\delta$  7. 08 (1H, d, J=8.7Hz), 7. 53 (1H, dd, J=8.7, 2.7Hz), 7. 73 (1H, s), 7. 93 (1H, d, J=2.7Hz), 11. 85 (1H, bs), 12. 15 (1H, bs).

例267:化合物番号267の化合物の製造

原料として、5-クロロサリチル酸、及び2-アミノ-4-メチルベンゾフェノンを用いて例3と同様の操作を行い、標題化合物を得た。

収率:8.7%

<sup>1</sup>H-NMR (CDCl<sub>3</sub>):  $\delta$  2. 50 (3H, s), 6. 98 (1H, d, J = 8. 3Hz), 6. 99 (1H, d, J=7. 3Hz), 7. 39 (1H, dd, J=2. 0, 8. 6Hz), 7. 48-7. 64 (4H, m), 7. 72 (2H, d, J=7. 6Hz), 7. 83 (1H, d, J=2. 3Hz), 8. 57 (1H, s), 12. 18 (1H, s), 12. 34 (1H, br. s).

例268:化合物番号268の化合物の製造

2-LドロキシーNー[2, 5-LZ(トリフルオロメチル)フェニル] ベンズアミド(化合物番号254; $175\,\text{mg}$ ,  $0.5\,\text{mmol}$ )の四塩化炭素( $5\,\text{m}$  L)溶液に、鉄( $3\,\text{mg}$ ,  $0.05\,\text{mmol}$ )、臭素( $129\,\mu$ l, $2.5\,\text{mmol}$  )を加え、 $50\,\text{C}$ で12時間攪拌した。反応混合物を室温まで冷却後、飽和重曹水、水、飽和食塩水で洗浄し、硫酸マグネシウムで乾燥した。溶媒を減圧留去して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(n-N+サン:酢酸エチル=2:1)で精製して、標題化合物の白色結晶( $184.2\,\text{mg}$ , $72.7\,\text{%}$ )を得た。

<sup>1</sup>H-NMR (DMSO-d<sub>6</sub>):  $\delta$  7. 92-7. 98 (1H, m), 8. 06 (1H, d, J=2. 1Hz), 8. 09 (1H, d, J=8. 4Hz), 8. 2 (1H, d, J=2. 1Hz), 8. 27-8. 32 (1H, m), 11. 31 (1H, s).

試験例1:癌細胞増殖阻害試験(1)

癌細胞 (Jurkat:ヒトT細胞性白血病、MIA PACA-2:ヒト膵癌、RD:ヒト横紋筋腫、HepG2:ヒト肝癌)を10%ウシ胎児血清含有 RPMI1640 培地もしくは10%FBS入りの Dalbecco's Modified Eagle's Medium を用いて被験物質非存在下または存在下で3日間培養し、MTS 法により生細胞数を定量し、細胞増殖量を比較し、

阻害率を測定した。以下に各癌細胞に対する50%増殖阻害濃度を示す。

	$IC_{50}$ ( $\mu$ M)			
化合物番号	Jurkat	MIA PaCa-2	RD	HepG2
4	0.74	0. 65	1. 03	0. 69
6	0.38	0. 60	0. 74	0. 61
11	1. 21	0. 78	1. 96	1. 82
19	2. 06	1. 75	2. 84	2. 63
23	1. 99	1. 53	2. 01	1. 96
27	1. 20	1. 19	1. 26	1. 96
29	1. 64	1. 55	2. 20	1.84
51	1. 28	1.03	1. 31	1. 88
90	0.48	0. 51	0. 49	1. 97
93	1. 43	0.81	1. 87	1. 99
140	2. 43	1. 42	3. 19	2. 57
199	0.44	0. 46	0. 57	1. 26
201	0. 57	0. 49	0. 59	1. 37
205	1. 89	1. 45	1. 94	3. 50
207	1. 64	1. 26	1. 52	1. 76

試験例2:癌細胞增殖阻害試験(2)

癌細胞 (B16 melanoma, HT-1080 fibrosarcoma, NB-1 neuroblastoma, HMC-1 -8 breast cancer) を 5%ウシ胎児血清を含むフェノールレッド非含有の Modified Eagle's Medium もしくは 5%ウシ胎児血清を含む RPMI1640 培地で被験化合物存在下 (0.1, 1.0, 5.0,  $10\,\mu$  M) または非存在下で培養し、24 時間、48 時間、72 時間経過したところで MTT 法にて生細胞数の定量を行った。以下に上記方法における化合物番号 4 の結果を第1図から第4図に示す。

試験例3:B16 melanomaのB16マウスにおける転移抑制試験

B16 melanoma 細胞(5 x 10 (5) cells/mouse)を同種のB6 マウスの尾静脈から静脈注射により接種し、接種日より被験物質を腹腔内投与にて一日一回 5 週間投与した。その後被験動物を屠殺、肺を摘出し、肺での melanoma のコロニーの数をコントロール(被験物質投与 0 mg/kg)と比較した。以下にその結果を示す。

化合物番号	投与量 (mg/kg)	5 週間後の生存率	コロニーの発生
		(%)	
_	0	50	
4	30	100	++

±:コントロールと変わらず。 +:抑制 ++:顕著に抑制 +++:発生 せず

試験例4:連続投与による毒性試験

6週齢の雄SDラットに被験化合物(30mg/kg)を一日一回4週間腹腔内投与した。 投与終了後尿検査、血液学検査、血液化学検査を行ったところ、毒性を示す所見 は認められなかった。この結果は、本発明の医薬が抗癌作用を発揮する有効投与 量において、既存の抗癌剤に見られるような肝障害、腎障害、及び骨髄抑制等の 副作用につながる毒性作用を有しないことを示している。

## 試験例5:腫瘍に対する抗癌効果

ヌードマウスに生着し十分増殖したヒト乳癌細胞を分離し、5 mm角に細切した。この細胞を4週齢のメスヌードマウス背部にエーテル麻酔下で移植した。腫瘍移植2週間後から被験薬物を一日一回腹腔内投与した。被験薬物投与開始前を0日(day0)とし、7日、14日、21日、28日経過後の腫瘍の容量(Tumor Volume;単位:mm³)をそれぞれ測定した。被験薬物として化合物番号4の化合物を5mg/kg及び10mg/kg投与した場合と、コントロール(被験薬物投与量:0mg/kg)の場合の結果を第5図に示す。尚、第5図において、「対照」は被験薬物0mg/kgの結果を、「化合物4」は化合物番号4の化合物の結果を表す。

試験例6:癌細胞增殖阻害試験(3)

癌細胞(HepG2:ヒト肝癌、A549:ヒト肺ガン、MIA PACA-2:ヒト膵癌)について、試験例1と同様の操作を行った。以下に各癌細胞に対する 50%増殖阻害濃度を示す。

	$IC_{50}$ ( $\mu$ M)			
化合物番号	HepG2	A549	MIA PaCa-2	
4	0. 72	4. 03	0.82	
75	0. 79	2. 06	0. 95	
189	1. 30	6. 47	2. 15	
192	11. 02	23. 91	9. 42	
199	0. 59	5. 15	0. 56	
205	4. 23	>10	>10	
213	3. 41	7. 43	4. 69	
215	4. 98	8. 31	2. 76	

## 産業上の利用可能性

本発明の医薬は優れた抗癌性を有しており、かつ副作用及び毒性が軽減されているので、癌の予防及び/又は治療剤として有用である。

## 請求の範囲

1. 下記一般式(I):

(式中、

Aは、水素原子又はアセチル基を表し、

Eは、2,5-ジ置換若しくは3,5-ジ置換基フェニル基、又は置換基を有していてもよい単環式若しくは縮合多環式へテロアリール基(ただし、該へテロアリール基が、①式(I)中の-CONH-基に直結する環がベンゼン環である縮合多環式へテロアリール基、②無置換のチアゾール-2-イル基、及び③無置換のベンゾチアゾール-2-イル基である場合を除く)を表し、

環Zは、式-O-A(式中、Aは上記定義と同義である)及び式-CONH-E(式中、Eは上記定義と同義である)で表される基の他にさらに置換基を有していてもよいアレーン、又は式-O-A(式中、Aは上記定義と同義である)及び式-CONH-E(式中、Eは上記定義と同義である)で表される基の他にさらに置換基を有していてもよいへテロアレーンを表す)で表される化合物及び薬理学的に許容されるその塩、並びにそれらの水和物及びそれらの溶媒和物からなる群から選ばれる物質を有効成分として含む、癌の予防及び/又は治療のための医薬。

- 2. Aが水素原子である請求の範囲第1項に記載の医薬。
- 3. 環Zが、 $C_6$ ~ $C_{10}$ のアレーン(該アレーンは、式-O-A(式中、Aは一般式(I)における定義と同義である)及び式-CONH-E(式中、Eは一般式(I)における定義と同義である)で表される基の他にさらに置換基を有していてもよい)、又は5ないし10員のヘテロアレーン(該ヘテロアレーンは、式

-O-A (式中、Aは一般式 (I) における定義と同義である)及び式-CON H-E (式中、Eは一般式 (I) における定義と同義である)で表される基の他にさらに置換基を有していてもよい)である請求の範囲第1項又は第2項に記載の医薬。

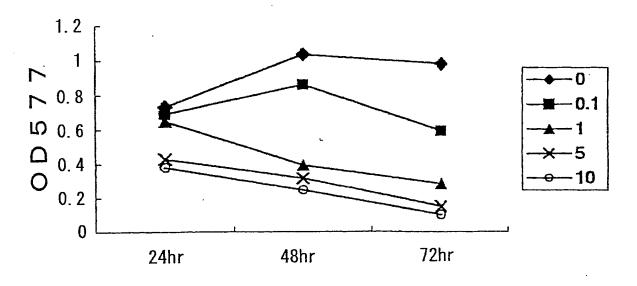
- 4. 環 Z が、式 O A (式中、A は一般式 (I) における定義と同義である) 及び式 C O N H E (式中、E は一般式 (I) における定義と同義である) で表される基の他にさらに置換基を有していてもよいベンゼン環、又は式 O A (式中、A は一般式 (I) における定義と同義である) 及び式 C O N H E (式中、E は一般式 (I) における定義と同義である) で表される基の他にさらに置換基を有していてもよいナフタレン環である請求の範囲第3項に記載の医薬。
- 5. 環 Z が、式 O A (式中、A は一般式 (I) における定義と同義である) 及び式 C O N H E (式中、E は一般式 (I) における定義と同義である) で表される基の他にハロゲン原子をさらに有するベンゼン環である請求の範囲第4項に記載の医薬。
- 6. 環 Z が、式 O A(式中、A は 般式 ( I ) における定義と同義である)及び式 C O N H E (式中、E は 般式 ( I ) における定義と同義である)で表される基の他にさらに置換基を有していてもよいナフタレン環である請求の範囲第4項に記載の医薬。
- 7. Eが、2, 5-ジ置換又は3, 5-ジ置換基フェニル基である請求の範囲 第1項ないし第6項のいずれか1項に記載の医薬。
- 8. Eが、2,5-ジ置換フェニル基(該置換基のうち少なくとも1個はトリフルオロメチル基である)、又は3,5-ジ置換フェニル基(該置換基のうち少なくとも1個はトリフルオロメチル基である)である請求の範囲第7項に記載の医薬。
- 9. Eが、3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル基である請求の範囲 第8項に記載の医薬。
- 10. Eが、置換基を有していてもよい単環式若しくは縮合多環式へテロアリ

ール基(ただし、該へテロアリール基が、①式(I)中の-CONH-基に直結する環がベンゼン環である縮合多環式へテロアリール基、②無置換のチアゾール-2-イル基、及び③無置換のベンゾチアゾール-2-イル基である場合を除く)である請求の範囲第1項ないし第6項のいずれか1項に記載の医薬。

11. Eが、置換基を有していてもよい5員の単環式へテロアリール基 (ただし、該へテロアリール基が、無置換のチアゾールー2ーイル基である場合を除く)である請求の範囲第10項に記載の医薬。

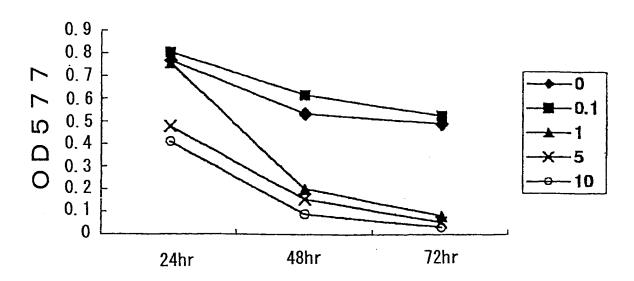
第1図

B16 メラノーマ



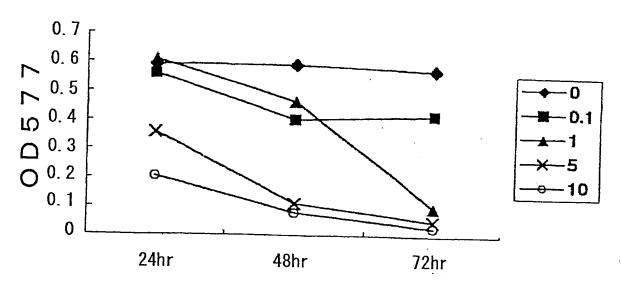
第2図

HT-1080 線維肉腫



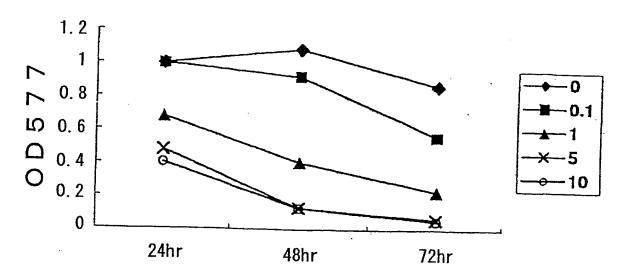
# 第3図

NB-1 神経芽細胞腫

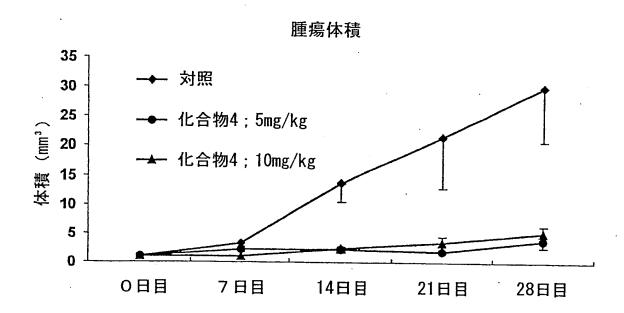


第4図

HMC-1-8 乳癌



# 第5図



International application No.

PCT/JP03/07121

Int.Cl <sup>7</sup> A 31/422, 3 31/505, 3	TON OF SUBJECT MATTER  A61K31/167, 31/18, 31/381,  B1/426, 31/437, 31/4402, 33  B1/498, 31/5375, 31/609, 33  Itional Patent Classification (IPC) or to both nature of the substitution of	1/445, 31/451, 31/455, 1/616, A61P35/00, 35/02	31/47,				
B. FIELDS SEAR							
1	ation searched (classification system followed t	ov classification symbols)					
Int.Cl <sup>7</sup> 2 31/422, 3 31/505, 3	A61K31/167, 31/18, 31/381, 31/426, 31/437, 31/4402, 33 31/498, 31/5375, 31/609, 33	31/40, 31/404, 31/4164 1/445, 31/451, 31/455, 1/616, A61P35/00, 35/02	31/47, , 35/04				
	ched other than minimum documentation to the		•				
	consulted during the international search (name IN), REGISTRY (STN), Medline						
C. DOCUMENTS	CONSIDERED TO BE RELEVANT	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
Category* C	Citation of document, with indication, where app	propriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.				
23 Ful	99/65449 A2 (SMITHKLINE B December, 1999 (23.12.99), 1 text P 2002-518307 A		1-5,7				
04 Ful	99/55663 Al (VERTEX PHARM November, 1999 (04.11.99), l text P 1076641 Al		1-4,6-9				
27 -	01/98290 A2 (PHARMACIA & December, 2001 (27.12.01), 1 text		1-6,10,11				
- & E	P.1294707 A2 & US	6414013 A	:				
X Further docum	nents are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.					
"A" document defini considered to be	es of cited documents: ing the general state of the art which is not of particular relevance It but published on or after the international filing	"T" later document published after the inte priority date and not in conflict with the understand the principle or theory and document of particular relevance; the	he application but cited to lerlying the invention claimed invention cannot be				
date  "L" document which-may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other  "Y" considered novel or cannot be considered to involve an invested to invested							
means "P" document publis	means combination being obvious to a person skilled in the art						
Date of the actual co	empletion of the international search t, 2003 (13.08.03)	Date of mailing of the international sear 26 August, 2003 (26	-				
Name and mailing a	ddress of the ISA/ Patent Office	Authorized officer					
Facsimile No.	•	Telephone No.					

Form PCT/ISA/210 (second sheet) (July 1998)

International application No. PCT/JP03/07121

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.	
P, X	WO 02/076918 Al (Suntory Ltd.), 03 October, 2002 (03.10.02), Full text & EP 1314712 Al	1-4,7-9	
P,X	WO 02/49632 A1 (Institute of Medicinal Molecular Design Inc.), 27 June, 2002 (27.06.02), Full text & AU 2002/22683 B	1-11	
-			
		· .	
		1	

International application No.
PCT/JP03/07121

Roy I Observations when and it
Box I Observations where certain claims were found unsearchable (Continuation of item 2 of first sheet)
This international search report has not been established in respect of certain claims under Article 17(2)(a) for the following reasons:
1. Claims Nos.:
because they relate to subject matter not required to be searched by this Authority, namely:
indicately, maniety.
2. X Claims Nos.: 1-11
because they relate to parts of the international application that do not comply with the prescribed requirements to such an extent that no meaningful international search can be carried out, specifically:
(See extra sheet)
3. Claims Nos.:
because they are dependent claims and are not drafted in accordance with the second and third sentences of Rule 6.4(a).
Box II Observations where unity of invention is lacking (Continuation of item 3 of first sheet)
This International Searching Authority found multiple inventions in this international application, as follows:
1. As all required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers all searchable
claims.
2. As all searchable claims could be searched without effort justifying an additional fee, this Authority did not invite payment
of any additional fee.
3. As only some of the required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers
only those claims for which fees were paid, specifically claims Nos.:
the state of the specifically dames (405
No required additional search fees were timely paid by the applicant. Consequently, this international search report is
restricted to the invention first mentioned in the claims; it is covered by claims Nos.:
dama nos
Demonstrate Theorem 1997
Remark on Protest The additional search fees were accompanied by the applicant's protest.
No protest accompanied the payment of additional search fees.
·

International application No.

PCT/JP03/07121

#### Continuation of Box No.I-2 of continuation of first sheet(1)

The active ingredient in the medicinal compositions of claims 1-11 involves an extremely wide range of various compounds. It is hence difficult to make a complete search for all of them. On the other hand, the active ingredients which are supported by the description in the meaning of Article 6 of the PCT and are disclosed in the description in the meaning of Article 5 of the PCT are limited to an extremely small part of the active ingredients for medicinal compositions of claims 1-11.

Consequently, claims 1-11 and the description do not comply with the given requirements to such a degree that a meaningful international search can be made.

In this international search report, a search with respect to claims 1-11 was hence made for compounds specified in the description through prior art documents within the range of a reasonable burden.

A. 発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC))

Int.Cl<sup>7</sup> A61K31/167, 31/18, 31/381, 31/40, 31/404, 31/4164, 31/421, 31/422, 31/426, 31/437, 31/4402, 31/445, 31/451, 31/455, 31/47, 31/505, 31/498, 31/5375, 31/609, 31/616, A61P35/00, 35/02, 35/04

#### B. 調査を行った分野

#### 調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC))

Int.Cl A 6 1 K 3 1/1 6 7, 3 1/1 8, 3 1/3 8 1, 3 1/4 0, 3 1/4 0 4, 3 1/4 1 6 4, 3 1/4 2 1, 3 1/4 2 2, 3 1/4 2 6, 3 1/4 3 7, 3 1/4 4 0 2, 3 1/4 4 5, 3 1/4 5 1, 3 1/4 5 5, 3 1/4 7, 3 1/5 0 5, 3 1/4 9 8, 3 1/5 3 7 5, 3 1/6 0 9, 3 1/6 1 6, A 6 1 P 3 5/0 0, 3 5/0 2, 3 5/0 4

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

国際調査で使用した電子データベース(データベースの名称、調査に使用した用語)

CAPLUS (STN), REGISTRY (STN), Medline (STN), BIOSIS (STN), EMBASE (STN)

C. 関連すると認められる文献

[し. ) 選連りる	0 と 診 の り れ る 又 脈	
引用文献の		関連する
カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	請求の範囲の番号
Х	WO 99/65449 A 2 (SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION) 1999.12.23、全文	1-5, 7
	& JP 2002-518307 A	
		• •
X	WO 99/55663 A1 (VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED) 1999.11.04、全文	1-4, 6-9
	& EP 1076641 A1	
	· ·	] .
		l · ·

#### 区欄の続きにも文献が列挙されている。

[] パテントファミリーに関する別紙を参照。

- \* 引用文献のカテゴリー
- 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す もの
- 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 以後に公表されたもの
- 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 文献(理由を付す)
- 「O」口頭による開示、使用、展示等に含及する文献
- 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

- の日の後に公表された文献
- 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって 出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論 の理解のために引用するもの
- 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
- 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに よって進歩性がないと考えられるもの
- 「&」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日 13.08.03 国際調査報告の発送日 26.08.03 26.08.00 26.08.00 26.08.00 26.08.00 26.08.00 26.08.00 26.08.00 26.08.

C (#: *.)	88 本上でし物 よこと まず草	
C (続き). 引用文献の	関連すると認められる文献	関連する
カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	請求の範囲の番号
Х	WO 01/98290 A2 (PHARMACIA & UPJOHN S.P.A.) 2001.12.27、全文 & EP 1294707 A2 & US 6414013 A	1-6, 10, 11
P,X	WO 02/076918 A1 (サントリー株式会社) 2002.10.03、全文 & EP 1314712 A1	1-4, 7-9
P, X	WO 02/49632 A1 (株式会社医薬分子設計研究所) 2002.06.27、全文 & AU 2002/22683 B	1-11
·		
·		
· ·		
·.		

# 国際調査報告

国際出願番号 PCT/JP03/07121

弟	Ⅰ欄 請求の篩□	扭(/)一一型(の)調は	いいじさないとう					
法第	<b>育8条第3項(</b> □	<del>ロン 即り嗣</del> 道 PCT17条()	2)(a)) の相定に	きの意見(第1~	ージの2の続	き)		
成し	<b>ンなかった。</b>		or tarry volument	こより、この国際	税可報告は次の	き) の理由により請求	さの範囲の一部	Bについて
1	□ 請求の範囲							
1.	つまり、		は、	この国際調査機関	関が調査をする	ことを要しない	対角に応える。	カモナィ
	- & /\						NINCHO BI	ひでめる。
							-	
	•	•						
						-		
2.	区 請求の範囲	1 1 1	7	<del></del>				•
	ない国際出	願の部分に係	ユーー」は、1 るものである。	引意義な国際調査	<b>まをすることが</b>	できる程度まで放	f定の要件を活	<b>第たしてい</b>
.			- 500 (00,0)	<b>ラより、</b>			,	
1	別系	<b>纸参照</b>	•			4		
							•	
3.			は、竜	作風譜求の筋囲っ	: t - T D C 71	B. B. 1. 6		
	従って記載	されていない。		こかっていることの 単位 区田(	· めつ CPC TA	規則6.4(a)の第2	文及び第3文	の規定に
<u> </u>								
第Ⅱ	燗 発明の単一	体がなかしてい	151+0==	(第1ページの	·		-	
次	こ述べるように	この国際出願に	ニニ以上の発明。	があるとこの国際	remain kir na			
	•			アめるとこの国際	会調査機関は認	めた。		
				·			·	
					·	· ·		
. –	<b>1</b>							
1. [	出願人が必多	要な追加調査手	数料をすべて期	間内に納付した	ので このEIM			
1. [	】出願人が必要 の範囲につv	要な追加調査手 <b>&gt;</b> て作成した。	数料をすべて期	間内に納付した	ので、この国際	奈調査報告は、す	べての調査可	能な請求
_								
_								
2.	] 追加調查手数料 加調查手数料	対料を要求する。 łの納付を求めれ	までもなく、す なかった。	べての調査可能	な請求の範囲に	こついて調査する	ことができた	ので、追
2.	] 追加調査手数料 加調査手数料 出願人が必要	対料を要求する。 その納付を求めれ な追加調査手続	までもなく、す なかった。	べての調査可能	な請求の範囲に	こついて調査する	ことができた	ので、追
2. [	] 追加調査手数料 加調査手数料 出願人が必要	対料を要求する。 その納付を求めれ な追加調査手続	までもなく、す なかった。	べての調査可能	な請求の範囲に		ことができた	ので、追
2. [	] 追加調査手数料 加調査手数料 出願人が必要	対料を要求する。 その納付を求めれ な追加調査手続	までもなく、す なかった。	べての調査可能	な請求の範囲に	こついて調査する	ことができた	ので、追
2. [	] 追加調査手数料 加調査手数料 出願人が必要	対料を要求する。 その納付を求めれ な追加調査手続	までもなく、す なかった。	べての調査可能	な請求の範囲に	こついて調査する	ことができた	ので、追
2. [ · 3. []	追加調査手数料 加調査手数料 出願人が必要 付のあった次	対料を要求する {の納付を求めれ な追加調査手動 の請求の範囲の	までもなく、す なかった。 数料を一部のみ のみについて作	べての調査可能 しか期間内に納 成した。	な請求の範囲に付しなかったの	こついて調査する で、この国際調	ことができた 査報告は、手	ので、追 数料の納
2. [ · 3. []	追加調査手数料 加調査手数料   出願人が必要 付のあった次   出願人が必要	対料を要求する。 計の納付を求めれ な追加調査手動 の請求の範囲の な追加調査手動	までもなく、すなかった。 数料を一部のみのみについて作	べての調査可能 しか期間内に納 成した。	な請求の範囲に 付しなかったの	こついて調査する で、この国際調	ことができた 査報告は、手	ので、追 数料の納
2. [ · 3. []	追加調査手数料 加調査手数料   出願人が必要 付のあった次   出願人が必要	対料を要求する。 計の納付を求めれ な追加調査手動 の請求の範囲の な追加調査手動	までもなく、すなかった。 数料を一部のみのみについて作	べての調査可能 しか期間内に納 成した。	な請求の範囲に 付しなかったの	こついて調査する	ことができた 査報告は、手	ので、追 数料の納
2. [ 3. [	追加調査手数料 加調査手数料   出願人が必要 付のあった次   出願人が必要	対料を要求する。 計の納付を求めれ な追加調査手動 の請求の範囲の な追加調査手動	までもなく、すなかった。 数料を一部のみのみについて作	べての調査可能 しか期間内に納 成した。	な請求の範囲に 付しなかったの	こついて調査する で、この国際調	ことができた 査報告は、手	ので、追 数料の納
2. [ 3. [	追加調査手数料 加調査手数料   出願人が必要 付のあった次   出願人が必要	対料を要求する。 計の納付を求めれ な追加調査手動 の請求の範囲の な追加調査手動	までもなく、すなかった。 数料を一部のみのみについて作	べての調査可能 しか期間内に納 成した。	な請求の範囲に 付しなかったの	こついて調査する で、この国際調	ことができた 査報告は、手	ので、追 数料の納
2. [	追加調査手製料 加調査手数料   出願人が必要 付のあった次 出願人が必必要 出願人いる発	対料を要求する 計の納付を求めれ な追加調査手 の請求の範囲の な追加調査手 明に係る次の言	までもなく、すなかった。  数料を一部のみ のみについて作  なおを期間内に  なおを がある。	べての調査可能 しか期間内に納 成した。	な請求の範囲に 付しなかったの	こついて調査する で、この国際調	ことができた 査報告は、手	ので、追 敷料の納
2. [ 3. [] 3. []	追加調査手数料 加調査手数料 対のあったた 出願人がたた 必必 出願人がいる がいる がいる 要発	対料を要求する。 計の納付を求めれ な追加調査手動 の請求の範囲の な追加調査手動 明に係る次の訂	までもなく、すなかった。  数料を一部のみのみについて作 のみについて作 なおを期間内に行 なおを 変換を のので	べての調査可能 しか期間内に納 成した。 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	な請求の範囲に 付しなかったの かで、この国際	こついて調査する で、この国際調	ことができた 査報告は、手	ので、追 敷料の納
2. [ 3. [] 4. []	追加調査手数料 加調査手数料 出願人がった 付のあったた 単数 出願れている 発 単数加調 発 動力 関 の の の の の の の の の の の の の の の の の の	対料を要求する。 計の納付を求め、 な追加調査手動 の請求の範囲の な追加調査 の な追加調査 で の で の で の で の に に に に に に に に に に に に に	までもなく、すなかった。  数料を一ついて作り のみについて作り を対象である。 なおのみについて作り を対象である。 をは出願の にこった。	べての調査可能 しか期間内に納 成した。	な請求の範囲に 付しなかったの かで、この国際	こついて調査する で、この国際調	ことができた 査報告は、手	ので、追 敷料の納

第1欄の2.について

請求の範囲1-11の発明の医薬組成物の有効成分は、極めて広範囲且つ多彩な化合物を包含し、その全てについて完全な調査を行うことは困難である。一方、PCT条約第6条の意味において明細書に裏付けられ、また、PCT条約第5条の意味において明細書に開示されているものは、請求の範囲1-11の発明の医薬組成物の有効成分の中のごく僅かな部分に過ぎない。

したがって、請求の範囲1-11及び明細書は、有意義な国際調査を行うことができる程度まで所定の要件を満たしていない。

そこで、この国際調査報告では、請求の範囲1-11の発明について、明細書に具体的に 記載された化合物に基づいて、合理的な負担の範囲内で、先行技術文献調査を行った。 出願人又は代理人

PCT

# 国際調査報告

(法8条、法施行規則第40、41条) [PCT18条、PCT規則43、44]

出願人又は代理人 の書類記号 A31324M	今後の手続きについては、国際調査報告の送付通知様式(PCT/ISA/220) 及び下記5を参照すること。
国際出願番号 PCT/JP03/07121	国際出願日 (日.月.年) 05.06.03 (日.月.年) 10.06.02
出願人 (氏名又は名称)	株式会社医薬分子設計研究所
国際調査機関が作成したこの国際調査この写しは国際事務局にも送付される	監報告を法施行規則第41条(PCT18条)の規定に従い出願人に送付する。 5。
この国際調査報告は、全部で 6	ページである。
□ この調査報告に引用された先行技	を術文献の写しも添付されている。
し こう四が納旦成民に近山さ	ほか、この国際出願がされたものに基づき国際調査を行った。 れた国際出願の翻訳文に基づき国際調査を行った。
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	れた磁気ディスクによる配列表
	関に提出された書面による配列表
□ 出願後に、この国際調査機関 □ 出願後に提出した書面による 書の提出があった。	関に提出された磁気ディスクによる配列表 5配列表が出願時における国際出願の開示の範囲を超える事項を含まない旨の陳述
	こ配列と磁気ディスクによる配列表に記録した配列が同一である旨の陳述
2. X 請求の範囲の一部の調査が	できない(第1欄参照)。
3. 日 発明の単一性が欠如してい	る(第Ⅱ欄参照)。
4. 発明の名称は 🗓 出願	人が提出したものを承認する。
□ 次に	示すように国際調査機関が作成した。
5. 要約は	人が提出したものを承認する。
	欄に示されているように、法施行規則第47条(PCT規則38.2(b))の規定により 関査機関が作成した。出願人は、この国際調査報告の発送の日から1カ月以内にこ 際調査機関に意見を提出することができる。
6. 要約書とともに公表される図は、 第図とする。	へが示したとおりである。 図 なし
	は図を示さなかった。
_	は発明の特徴を一層よく表している。

第1欄 請求の範囲の一部の調査ができないときの意見 (第1ページの2の続き)	
「日本 0 未来 3 項 (「 C 1 1 ( 余(2)(a)) の規定に 」 り この国際調本報告は4 の	リ 明内により結構の発展して
成しなかった。	<b>柱田により請求の範囲の一部について作</b>
1.	とを要しない対象に係るものである。
2. $oxed{X}$ 請求の範囲 $1-11$ は、有意義な国際調査をすることがでない国際出願の部分に係るものである。つまり、	きる程度まで所定の要件を満たしてい
別紙参照	
3. 請求の範囲 は、従属請求の範囲であってPCT規 従って記載されていない	則6.4(a)の第2文及び第3文の相会に
従って記載されていない。	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第17期 对明0.14 14.14.14	. 1
第Ⅱ欄 発明の単一性が欠如しているときの意見 (第1ページの3の続き)	
次に述べるようにこの国際出願に二以上の発明があるとこの国際調査機関は認め	った。 -
	·
1. 出願人が必要な追加調査手数料をすべて期間内に納付したので、この国際 の範囲について作成した。	調査報告は、すべての調査可能な請求
2.	ついて調査することができたので、泊
3. <ul><li>出願人が必要な追加調査手数料を一部のみしか期間内に納付しなかったの付のあった次の請求の範囲のみについて作成した。</li></ul>	で、この国際調査報告は、手数料の納
	· .
4. 出願人が必要な追加調査手数料を期間内に納付しなかったので、この国際記されている発明に係る次の請求の範囲について作成した。	調査報告は、請求の範囲の最初に記載
こいでいる人の間来の範囲について作成した。	
こいで、これがにはいい。	
これである。	
C TENX C/C.	
□ 追加調査手数料の組織の申立てに関する注意 □ 追加調査手数料の納付と共に出願人から異議申立てがあった。	

第Ⅲ欄 要約 (第1ページの5の続き)

一般式(I)(式中、Aは、水素原子等を表し、Eは、2,5-ジ置換若しくは3,5-ジ置換フェニル基等を表し、環 Z は、式-O-A 及び式-CONH-Eで表される基の他にさらに置換基を有していてもよいアレーン等を表す)で表される化合物及び薬理学的に許容されるその塩、並びにそれらの水和物及びそれらの溶媒和物からなる群から選ばれる物質を有効成分として含む、癌の予防及び/又は治療のための医薬。

A. 発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC))

Int. Cl' A 6 1 K 3 1/1 6 7, 3 1/1 8, 3 1/3 8 1, 3 1/4 0, 3 1/4 0 4, 3 1/4 1 6 4, 3 1/4 2 1, 3 1/4 2 2, 3 1/4 2 6, 3 1/4 3 7, 3 1/4 4 0 2, 3 1/4 4 5, 3 1/4 5 1, 3 1/4 5 5, 3 1/4 7, 3 1/5 0 5, 3 1/4 9 8, 3 1/5 3 7 5, 3 1/6 0 9, 3 1/6 1 6, A 6 1 P 3 5/0 0, 3 5/0 2, 3 5/0 4

#### B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC))

Int. Cl' A 6 1 K 3 1/1 6 7, 3 1/1 8, 3 1/3 8 1, 3 1/4 0, 3 1/4 0 4, 3 1/4 1 6 4, 3 1/4 2 1, 3 1/4 2 2, 3 1/4 2 6, 3 1/4 3 7, 3 1/4 4 0 2, 3 1/4 4 5, 3 1/4 5 1, 3 1/4 5 5, 3 1/4 7, 3 1/5 0 5, 3 1/4 9 8, 3 1/5 3 7 5, 3 1/6 0 9, 3 1/6 1 6, A 6 1 P 3 5/0 0, 3 5/0 2, 3 5/0 4

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

国際調査で使用した電子データベース(データベースの名称、調査に使用した用語)

CAPLUS (STN), REGISTRY (STN), Medline (STN), BIOSIS (STN), EMBASE (STN)

1		
C. 関連	<u>しると認められる文献</u>	. •
引用文献の カテゴリー>	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
X	WO 99/65449 A 2 (SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION) 1999.12.23、全文 & JP 2002-518307 A	1-5, 7
x	WO 99/55663 A1 (VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED) 1999.11.04、全文 & EP 1076641 A1	1-4, 6-9

# X C欄の続きにも文献が列挙されている。

□ パテントファミリーに関する別紙を参照。

- \* 引用文献のカテゴリー
- 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す もの
- 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 以後に公表されたもの
- 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 文献(理由を付す)
- 「〇」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献

郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

- の日の後に公表された文献
- 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって 出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論 の理解のために引用するもの
- 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
- 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに よって進歩性がないと考えられるもの
- 「&」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日 13.08.03 国際調査機関の名称及びあて先 日本国特許庁(ISA/IP) 国際調査機関の名称及びあて先 日本国特許庁(ISA/IP)

特許庁審査官(権限のある職員) 伊藤 幸司 4C 9450

26.08.03

電話番号 03-3581-1101 内線 3452

	Γ	国際出願番号 PCT/JPO	3/07121
	C (続き). 引用文献の	関連すると認められる文献	
	カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
	X	WO 01/98290 A2 (PHARMACIA & UPJOHN S.P.A.) 2001.12.27、全文 & EP 1294707 A2 & US 6414013 A	1-6, 10, 11
	Р, Х	WO 02/076918 A1 (サントリー株式会社) 2002.10.03、全文 & EP 1314712 A1	1-4, 7-9
	Р, Х	WO 02/49632 A1 (株式会社医薬分子設計研究所) 2002.06.27、全文	1-11
		& AU 2002/22683 B	
			,
	·		
L			

# 第 I 欄の 2. について

請求の範囲1-11の発明の医薬組成物の有効成分は、極めて広範囲且つ多彩な化合物を包含し、その全てについて完全な調査を行うことは困難である。一方、PCT条約第6条の意味において明細書に裏付けられ、また、PCT条約第5条の意味において明細書に開示されているものは、請求の範囲1-11の発明の医薬組成物の有効成分の中のごく僅かな部分に過ぎない。

したがって、請求の範囲1-11及び明細書は、有意義な国際調査を行うことができる程度まで所定の要件を満たしていない。

そこで、この国際調査報告では、請求の範囲I-11の発明について、明細書に具体的に記載された化合物に基づいて、合理的な負担の範囲内で、先行技術文献調査を行った。

## 特許協力条約

発信人 日本国特許庁 (国際予備審査機関)

出願人代理人					
特許第	務法人特許事務所サイク	, フス			
あて名		爲	ž		
₹ 104-	-0031	·		PCT見解	書
東京都京橋日	中央区京橋一丁目8番7 殖ビル8階	' 묵		(法第13条 〔PCT規則6	
			発送日 (日. 月. £	26.08	3.03
出願人又は代理 の書類記号	型人 A 3 1 3 2	4 M	応答期間	上記発送日から	2 ′ 月 <del>✓正</del> 以p
国際出願番号 PCT/JP0	3/07121	国際出願日 (日.月.年) 0	5.06.0	優先日 (日.月.年)	10.06.02
国際特許分類(	(IPC) Int. Cl! A61K	31/167, 31/18, 31/381,	31/40, 31/404	, 31/4164, 31/421, 31/422,	31/426, 31/437, 31/440
-1,017,110,0174	51, 51/455, 51/47, 51/50	5, 31/498, 31/5375, 31/	'609, 31/616, A	61P35/00, 35/02, 35/04	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
出願人(氏名又	は名称)		,		
		株式会社医薬分子	設計研究所		
2. この見解	この国際予備審査機関が 書は、次の内容を含む。 見解の基礎	「作成した <u>1</u> ・	回目の見解書	である。	
и X v X	発明の単一性の欠如 法第13条 (PCT規則	則66.2(a)(ii)) に規括		不作成 進歩性又は産業上の利用	可能學學
	、それを裏付けるための ある種の引用文献	の文献及び説明		と かし	可能性についての見解
	国際出願の不備	•			
	国際出願に対する意見		•		·
	この見解書に応答する 上記応答期間を参照す 66.2(d))に規定すると ただし、期間延長が認	ること。この応答期間 おり、その期間の経過		いときは、出願人は、法 審査機関に期間延長を請 かつスケジュールに余裕)	
どのように? なお	法第13条(PCT規 様式及び言語について 補正書を提出する追加	則66.3) の規定に従い は、法施行規則第62 の機会については、	、答弁書及び 条(PCT規則 施行規則第6	必要な場合には、補正書き 別66.8及び66.9)を参照する 1条の2(PCT規則66.4 PCT規則66.4の2を参照	を提出する。補正きの
応答がないとき	の非公式の連絡につい は、国際予備審査報告				すること。審査官と「
	F査報告作成の最終期限	•		10.10.04	である <b>。</b>
			_ <del></del>		
称及びあて先 日本国特	許庁 (IPEA/JP)		————— 持許庁審査官	(権限のある職員) 伊藤 幸司	4 C 9 4 5 0
郵便 東京都千	番号100-8915 代田区蔵が関三丁目4番	£ 3 =	·		
	——~~ ××—1048	g ∪ ′7   1	乳詰掛号 八	3-3581-1101	内独 3459

1. 見	解の基礎				
1. この めに打	の見解啓はT 提出された割	下記の出願む類に基づいて を替え用紙は、この見解を	「作成された。 (法 うにおいて「出願時	第6条(PCT14条) 」とする。)	の規定に基づく命令に応答するた
X	出願時の国際	景出願書類			
	i≓ ∕m-de-	Arre	• .		•
	明細書	第	ページ、	出願時に提出されたもの	カ
-	明細書 明細書	第	ページ、	国際予備審査の請求書	と共に提出されたもの
9	力和各	第	ページ、	•	付の書簡と共に提出されたもの
	青求の範囲	第 .	項、	出版の生にものとしまします。	_
ā	青求の範囲	第		出願時に提出されたもの	
	青求の範囲	第	——	PCT19条の規定に 国際予備審査の請求書。	きつさ 佣止されたもの し サケ 担 山 さ に き ト
3	オポの範囲.	第	項、	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	これに促出されたもの 付の書簡と共に提出されたもの
. 🗀 📾	面面				
	3 <u>9</u> 20 3 920	第	ページ/図、	出願時に提出されたもの	
	3 <b>26</b> 0	第	ページ/図、	国際予備審査の請求書	と共に提出されたもの
ر ا	SILEU .	第	ページ/図、	<del></del>	付の書簡と共に提出されたもの
		表の部分 第	ベージ、	出願時に提出されたもの	n :
		表の部分 第	ページ、	国際予備審査の請求書と	
9	細書の配列	表の部分 第	ベージ	二つい 1 80. 田 五く2 時代で	付の書簡と共に提出されたもの
			<del></del>		いっち回じ来に促出されたもの
2. 上記	この出願書類	の言語は、下記に示す場	合を除くほか、この	)国際出願の言語である。	
上記	の書類は、	下記の言語である	語である		
		<del></del>	· ·		
	国際調查の	りために提出されたPCT	「規則23.1(b)にいう	翻訳文の言語	
	·PCT規則	川48.3(b)にいう国際公開	の言語		
		F査のために提出されたF		けEE ファンス・Man ナのニ	
					•
	国際出願は	、ヌクレオチド又はアミ	ノ酸配列を含んでお	5り、次の配列表に基づき	見解書を作成した。
	この国際出	は願に含まれる書面による	配列事		
$\bar{\Box}$				-u	
		は願と共に提出された磁気			•
7	山限伎に、	この国際予備審査(また	は調査)機関に提	出された書面による配列	表
	出願後に、	この国際予備審査(また	は調査)機関に提	出された磁気ディスクに、	よる配列表
	出願後に提	出した書面による配列表	が出願時における[	国際出願の開示の範囲を調	<b>超える事項を含まない旨の陳述</b>
$\Box$	-> MC17113	(U) J (C			
Ų	香田によるがあった。	配列表に記載した配列と	磁気ディスクによる	5配列表に記録した配列が	が同一である旨の陳述書の提出
	13-05-510				
. 補正	により、下記	記の書類が削除された。			•
□ 明:		第	~::		
		···· 第			
=			項	•	•
	UAO [	図面の第	ページ	<b>/</b> 図	-
· 📗 こっそっ	の見解書は、 の補正がされ	補充欄に示したように、 れなかったものとして作成	補正が出願時にお なした。(PCT規則	ける開示の範囲を越えて リ70.2(c))	されたものと認められるので、
			. , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		,
		•			·
			=		,
			4		

Ⅲ. 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解の不作成	
1. 次に関して、当該請求の範囲に記載されている発明の新規性、進歩性又は産業上の利用可能性につき、次の理由によ 審査しない。	: ກ
国際出願全体	
X 請求の範囲 1-11の一部	
「理由:   Table   Table	
この国際出願又は請求の範囲 は、国際予備審査をすることを要しない 次の事項を内容としている(具体的に記載すること)。	,\
	:
図 明細書、請求の範囲若しくは図面(次に示す部分)又は請求の範囲 1-11	
記載が、不明確であるため、見解を示すことができない(具体的に記載すること)	の
請求の範囲1-11の発明の医薬組成物の有効成分は、極めて広範囲且つ多彩な化合物を包含1、その全では、シンスマネトを持ち、	
な化合物を包含し、その全てについて完全な調査を行うことは困難である。一方、PCT条約第6条の意味において明細書に裏付けられ、また、PCT条約第	}
ったり息味において明細書に開示されているものは、請求の範囲1 <b>-11</b> の登明	
- の医条組成物の有効成分の中のごく僅かな部分に過ぎかい	·
したがって、請求の範囲1-11及び明細書は、有意義な国際調査を行うこと ができる程度まで所定の要件を満たしていない。	
そこで、先の国際調査報告では、請求の範囲1-11の発明については、明細	·
************************************	
文献調査を行ったので、この調査の範囲で、国際予備審査を行うこととする。	
X   全部の請求の範囲又は請求の範囲	È
and the state of t	
図 請求の範囲 1-11の一部 について、国際調査報告が作成されていない。	
2. ヌクレオチド又はアミノ酸の配列表が実施細則の附属書C(塩基配列又はアミノ酸配列を含む明細書等の作成のためのガイドライン)に定める基準を満たしていないので、見解書を作成することができない。	,
□ 書面による配列表が提出されていない又は所定の基準を満たしていない。	
□ 磁気ディスクによる配列表が提出されていない又は所定の基準を満たしていない。	

٧.	新規性、	進歩性又は産業上の利用可能性につい	ての法第13条	(PCT	「規則66.2(a)(	ii)に定める見解。	それを取け
	る文献及	とび説明			,.,.,,	,, , , , , , , ,	८ ५० ८ ऋहा।

#### 1. 見解

新規性 (N)

請求の範囲 8,9 有 請求の範囲 1-7,10,11 無

進歩性(IS)

産業上の利用可能性 (IA)

請求の範囲 <u>1-11</u> 病 請求の範囲 無

#### 2. 文献及び説明

文献 1: WO 99/65449 A 2 (SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION)

1999. 12. 23

文献 2: WO 99/55663 A1 (VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED)

1999. 11. 04

文献3:WO 01/98290 A2 (PHARMACIA & UPJOHN S.P.A.)

2001. 12. 27

## < 文献 1 より >

請求の範囲1-5及び7に係る発明は、国際調査報告で引用された文献1より新 規性及び進歩性を有しない。

文献 1 には、式 I で表される化合物 (HO) (R<sub>2</sub>) Ph-CONH-Ph (R<sub>3</sub>) が癌の治療に有用であることが記載されている。

そして、同様に癌治療に有用な化合物を提供するために、式Iの化合物の置換基の一部を類似の範囲で変えてみることは当業者が容易になし得ることである。

#### <文献2より>

請求の範囲1-4、6及び7に係る発明は、国際調査報告で引用された文献2より新規性及び進歩性を有しない。また、請求の範囲8及び9に係る発明は、同文献2より進歩性を有しない。

文献 2 には、(ヒドロキシナフタレン環)-CONH-(CF:等で置換されたPh)で表される 化合物が、抗癌剤として有用であることが記載されている。

そして、同様に抗癌剤として有用な化合物を提供するために、置換基の一部を類似の範囲で変えてみることは当業者が容易になし得ることである。

#### <文献3より>

請求の範囲1-6、10及び11に係る発明は、国際調査報告で引用された文献 3より新規性及び進歩性を有しない。

# VI. ある種の引用文献

# 1. ある種の公表された文書(PCT規則70.10)

出願番号符許番号	公知日 (日. 月. 年)	出願日 (日.月.年)	優先日(有効な優先権の主張) (日.月.年)
WO 02/49632 A1 (株式会社医薬分子設計研究所) [E, X]	27. 06. 02	18. 12. 01	18. 12. 00
WO 02/076918 A1 (サントリー株式会社) [E, X]	03. 10. 02	27. 03. 02	.27. 03. 01

# 2. 書面による開示以外の開示(PCT規則70.9)

書面による開示以外の開示の種類	書面による開示以外の開示の日付	象子に とも関ニいめの関ニに ニュン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	(日.月.年)	書面による開示以外の開示に言及している 書面の日付(日.月.年)

補充欄 (いずれかの欄の大きさが足りない場合に使用すること)

## 第 V.2 欄の続き

文献 3 には、(HO) Ph-CONH-(置換ヘテロアリール)で表される化合物が抗癌剤として有用であることが記載されている。

そして、同様に抗癌剤として有用な化合物を提供するために、置換基の一部を類似の範囲で変えてみることは当業者が容易になし得ることである。

#### 符 許 協 力 条 約

PCT

## 国際予備審査報告

(法第12条、法施行規則第56条) [PCT36条及びPCT規則70]

出願人又は代理人 の沓類記号 A31324M	今後の手続きについては、国際予備審査報告の送付通知 (様式PCT/ IPEA/416) を参照すること。
国際出願番号 PCT/JP03/07121	国際出願日 (日.月.年) 05.06.03 <b>愛先日</b> (日.月.年) 10.06.02
国際特許分類 (IPC) Int. Cl' A61K31 02, 31/445, 31/451, 31/455, 31/47, 31/505, 3	/167, 31/18, 31/381, 31/40, 31/404, 31/4164, 31/421, 31/422, 31/426, 31/437, 31/44
出願人 (氏名又は名称)	株式会社医薬分子設計研究所
1. 国際予備審査機関が作成したこの国	際予備審査報告を法施行規則第57条(PCT36条)の規定に従い送付する。
2. この国際予備審査報告は、この表紙	•
この国際予備審査報告には、附 査機関に対じてした訂正を含む (PCT規則70.16及びPCT3 この附属春類は、全部で	属書類、つまり補正されて、この報告の基礎とされた及び/又はこの国際予備審明細書、請求の範囲及び/又は図面も添付されている。 『施細則第607号参照』 
3. この国際予備審査報告は、次の内容	を含む。
I X 国際予備審査報告の基礎	
Ⅱ □ 優先権	
II X 新規性、進歩性又は産業」	の利用可能性についての国際予備審査報告の不作成
IV 発明の単一性の欠如	
V X PCT35条(2)に規定する の文献及び説明 VI X ある種の引用文献	る新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、それを裏付けるため ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Ⅷ 国際出願の不備	
Ⅷ □ 国際出願に対する意見	
国際予備審査の請求書を受理した日 05.06.03	国際予備審査報告を作成した日 13.11.03
名称及びあて先 日本国特許庁 (IPEA/JP)	特許庁審査官(権限のある職員) 4C 9450
郵便番号100-8915	伊藤 幸司 (和)

電話番号 03-3581-1101 内線

3 4 5 2

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

1.	国際予備審査	設告の基礎				
1.	この国際予備3 応答するため P C T 規則70.	こ従近された差し替え	鲁類に基づいて作成さ 用紙は、この報告書に	れた。(法第6条(P おいて「出願時」とし	CT14条)の規定に基づく、本報告告には添付しない。	 く命令に
	X 出願時の国際	禁出願書類				
ſ	明細書	第	ベージ、	ᄔᅈᅄᆉᆉᅄᄖᅔᅩᆂ	1 m	
	明細書	第		出願時に提出された	もの 客と共に提出されたもの	
	明細書	第	~-×,	四郎「湘香堂の前木	せと共に促出されたもの 付の書簡と共に提出され	<b>こたもの</b>
	請求の範囲	第	. 項、	出願時に提出された	t. 0	
	請求の範囲	第	項、		に基づき補正されたもの	
	請求の範囲	第	 項、		<b>瞥と共に提出されたもの</b>	
٠	請求の範囲	第	項、		付の書簡と共に提出され	<b>したもの</b>
	図面	第	ページ/図、	出願時に提出された	t.σ.	
	図面	第	ページ/図、		<b>啓と共に提出されたもの</b>	
_	図面	第	ページ/図、	<del></del>	付の書簡と共に提出され	たもの
		表の部分 第	ページ、	出願時に提出された。	50	;
		表の部分 第	ベージ、		らく 野と共に提出されたもの	
	明細書の配列	表の部分 第	ページ、		付の書簡と共に提出され	たもの
3.	P C T規則 この国際出願は 国際出 国際出 国際 のの 原 後 後 に 出 出 書 の を 提 し 出 書 の と 出 書 の と に は 出 書 の と に は 出 書 の と に に と は かん こ と に と は かん こ と に と は かん こ と に と かん こ と かん こ と に と いん こ と に と に と に と に と に と いん こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ こ	出願に含まれる書面に、 出願と共に提出された。 この国際予備審査(こ この国際予備審査(こ 是出した書面による配列 こあった	は 開の言語 た P C T 規則55.2また こ ノ 酸配列を含んでお よ る配列表 せ気ディスクによる配 または調査)機関に提 または調査)機関に提 または調査)機関に提 けれるが出願時における[	は55.3にいう翻訳文の るり、次の配列表に基っ 列表 出された書面による配 出された磁気ディスク 国際出願の開示の範囲	グき国際予備審査報告を行っ 列表 による配列表 を超える事項を含まない旨の	)陳述
	があった。		, c m 2() 4 2/2 (c 4)	3 配列衣に記録した配数	列が同一である旨の陳述 <i>客の</i>	)提出
4.     	明細書請求の範囲	記の書類が削除された 第 第 図面の第	・ ベージ 項 ベージ	<b>/</b> Ø		
5. 🗍	445-26, 61	審査報告は、補充額に の補正がされなかった る判断の際に考慮しな	ものとして作成した	(PCT#町70 9/~)	範囲を越えてされたものと この補正を含む差し替え用制	認めら 低は上
		,			•	1
		,				
			•			
	-				•	

				0,121
Ⅲ. 新規性、進歩性又は原	産業上の利用可能性について <i>0</i>	の国際予備審査報告の不住	作成	
1. 次に関して、当該請求の 審査しない。	D範囲に記載されている発明 <i>0</i>	の新規性、進歩性又は産業	薬上の利用可能性につき、	次の理由により
国際出願全体				
区 請求の範囲	1-11の一部	·		
理由: 				
この国際出願又は請求の 次の事項を内容としてい	D範囲 vる(具体的に記載すること)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	は、国際予備審査をする	ことを要しない
	- (X() = X(=10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-1			
		÷.	•	
•		•		
				;
•	·			
X 明細書 請求の範囲若1				
記載が、不明確であるた	くは図面(次に示す部分)又 :め、見解を示すことができな	い(具体的に記載するこ	1-11 (3).	o
請求の範囲1 な化合物を包含	-11の発明の医薬にし、その全てについるのである。	組成物の有効成分	は、極めて広範囲	且つ多彩
カ、Fしょ衆が	弗り余り息味におい	て明細事に風付け	らわ また DC	工冬约第
シ 区 栄 租 凡 物 り	いて明細書に開示され 有効成分の中のごく	単かが型分に過ぎ	プンレン	
したかつて、	請求の範囲1-11	及び明細書は 有	意義な国際調査を	行うこと
そこで、先の	)国際調査報告では	請求の範囲1-1	1の発明について	は、明細
文献調査を行っ	載された化合物に基たので、この調査の	ついて、合理的な 範囲で、国際予備	負担の範囲内で、 審査を行うことと	先行技術 する。
	•			
,	•			
X 全部の請求の範囲又は請	求の範囲	1-11	⊒T GB 4m	de le le el la la
裏付けを欠くため、見解				杏による十分な
	•			
X 請求の範囲	1-11の一部	について、	国際調査報告が作成され	ていない。
2. ヌクレオチド又はアミノi ガイドライン) に定める	酸の配列表が実施細則の附属。 基準を満たしていないので、2	<b>書C(塩基配列又はアミ</b>	ノ酸配列を含む明細象等	, ,
_	<b>退出されていない又は所定の</b>			
□ 磁気ディスクによる	記列表が提出されていない又に	は所定の基準を満たして	いたい。	

請求の範囲 請求の範囲 請求の範囲	8, 9 1-7, 10, 11	
請求の範囲	1-7, 10, 11	
·		
·		
請求の範囲	1-11	
請求の範囲	1-11	有
請求の範囲		<u></u> #
<u> </u>		
S (SMITHKLINE	BEECHAM CORPORATION)	•
(VERTEX PHAR	MACEUTICALS INCORPORATE	ED)
PHARMACIA &	UPJOHN S. P. A.)	
	請求の範囲 請求の範囲 2 (SMITHKLINE L (VERTEX PHAR 2 (PHARMACIA・&	請求の範囲 1-11

文献1には、式Iで表される化合物(HO)(R)Ph-CONH-Ph(R)が癌の治療に有用であ ることが記載されている。 そして、同様に癌治療に有用な化合物を提供するために、式Iの化合物の置換基の

部を類似の範囲で変えてみることは当業者が容易になし得ることである。

#### <文献2より>

請求の範囲1-4、6及び7に係る発明は、国際調査報告で引用された文献2より 新規性及び進歩性を有しない。また、請求の範囲8及び9に係る発明は、同文献2よ り進歩性を有しない。

文献 2 には、(ヒドロキシナフタレン環)-CONH-(CF<sub>3</sub>等で置換されたPh)で表される 化合物が、抗癌剤として有用であることが記載されている。 そして、同様に抗癌剤として有用な化合物を提供するために、置換基の一部を類似の範囲で変えてみることは当業者が容易になし得ることである。

## <文献3より>

請求の範囲1-6、10及び11に係る発明は、国際調査報告で引用された文献3 より新規性及び進歩性を有しない。

文献3には、(HO) Ph-CONH-(置換ヘテロアリール)で表される化合物が抗癌剤として 有用であることが記載されている。

そして、同様に抗癌剤として有用な化合物を提供するために、置換基の一部を類似 の範囲で変えてみることは当業者が容易になし得ることである。

## VI. ある種の引用文献

# 1. ある種の公表された文書 (PCT規則70.10)

出願番号 特許番号	公知日 <u>(日.月.年)</u>	出願日	優先日(有効な優先権の主張) (日.月.年)
WO 02/49632 A1 (株式会社医薬分子設計研究所) [E, X]	27. 06. 02	18. 12. 01	18. 12. 00
WO 02/076918 A1 (サントリー株式会社) [E, X]	03. 10. 02	27. 03. 02	27. 03. 01

# 2. 書面による開示以外の開示 (PCT規則70.9)

書面による開示以外の開示の種類	書面による開示以外の開示の日付	書面による開示以外の開示に言及している
	(日.月.年)	書面の日付 (日、月、年)
•		

# PATENT COOPERATION TREATY



**PCT** 

NOTIFICATION OF RECEIPT OF **RECORD COPY** 

(PCT Rule 24.2(a))

From the INTERNATIONAL BUREAU

To:

SIKS & CO. 8th Floor, Kyobashi-Nisshoku Bldg., 8-7, Kyobashi 1-chome Chuo-ku, Tokyo 104-0031 Japan

Date of mailing (day/month/year) 15 July 2003 (15.07.03)	IMPORTANT NOTIFICATION
Applicant's or agent's file reference A31324M	International application No. PCT/JP03/07121

The applicant is hereby notified that the International Bureau has received the record copy of the international application as detailed below.

Name(s) of the applicant(s) and State(s) for which they are applicants:

INSTITUTE OF MEDICINAL MOLECULAR DESIGN. INC. (for all designated States except

MUTO, Susumu et al (for US)

International filing date

05 June 2003 (05.06.03)

Priority date(s) claimed

10 June 2002 (10.06.02)

Date of receipt of the record copy

27 June 2003 (27.06.03)

by the International Bureau

List of designated Offices

AP:GH,GM,KE,LS,MW,MZ,SD,SL,SZ,TZ,UG,ZM,ZW

EA:AM,AZ,BY,KG,KZ,MD,RU,TJ,TM

EP:AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HU,IE,IT,LU,MC,NL,PT,RO,SE,SI,SK,TR

OA:BF,BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GQ,GW,ML,MR,NE,SN,TD,TG

National :AE,AG,AL,AM,AT,AU,AZ,BA,BB,BG,BR,BY,BZ,CA,CH,CN,CO,CR,CU,CZ,DE,DK,DM,DZ,

EC,EE,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,HR,HU,ID,IL,IN,IS,JP,KE,KG,KR,KZ,LC,LK,LR,LS,LT,LU,LV,

MA,MD,MG,MK,MN,MW,MX,MZ,NI,NO,NZ,OM,PH,PL,PT,RO,RU,SC,SD,SE,SG,SK,SL,TJ,TM,TN,TR,

TT,TZ,UA,UG,US,UZ,VC,VN,YU,ZA,ZM,ZW

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland

Authorized officer:

Kaori FUJINO (Fax 338 9090)

Telephone No. (41-22) 338 8726

Facsimile No. (41-22) 338.90.90

# Continuation of Form PCT/IB/301

# NOTIFICATION OF RECEIPT OF RECORD COPY

Date of mailing (day/month/year)	
15 July 2003 (15.07.03)  Applicant's or agent's file reference	IMPORTANT NOTIFICATION
A31324M	International application No. PCT/JP03/07121

## **ATTENTION**

The applicant should carefully check the data appearing in this Notification. In case of any discrepancy between these data and the indications in the international application, the applicant should immediately inform the international Bureau.

In addition, the applicant's attention is drawn to the information contained in the Annex, relating to:

time limits for entry into the national phase - see updated important information (as of April 2002)

Confirmation of precautionary designations (if applicable)

X requirements regarding priority documents (if applicable)

A copy of this Notification is being sent to the receiving Office and to the International Searching Authority.



# PATENT COOPERATION TREATY

From the INTERNATIONAL BUREAU

**PCT** 

NOTIFICATION CONCERNING SUBMISSION OR TRANSMITTAL OF PRIORITY DOCUMENT

(PCT Administrative Instructions, Section 411)

SIKS & CO. 8th Floor, Kyobashi-Nisshoku Bldg., 8-7, Kyobashi 1-chome Chuo-ku, Tokyo 104-0031 Japan

Date of mailing (day/month/year) 18 August 2003 (18.08.03)	
Applicant's or agent's file reference A31324M	IMPORTANT NOTIFICATION
International application No. PCT/JP03/07121	International filing date (day/month/year) 05 June 2003 (05.06.03)
International publication date (day/month/year)  Not yet published	Priority date (day/month/year) 10 June 2002 (10.06.02)
Applicant	

- INSTITUTE OF MEDICINAL MOLECULAR DESIGN. INC. et al
- 1. The applicant is hereby notified of the date of receipt (except where the letters "NR" appear in the right-hand column) by the International Bureau of the priority document(s) relating to the earlier application(s) indicated below. Unless otherwise indicated by an asterisk appearing next to a date of receipt, or by the letters "NR", in the right-hand column, the priority document concerned was submitted or transmitted to the International Bureau in compliance with Rule 17.1(a) or (b).
- 2. This updates and replaces any previously issued notification concerning submission or transmittal of priority documents.
- 3. An asterisk(\*) appearing next to a date of receipt, in the right-hand column, denotes a priority document submitted or transmitted to the International Bureau but not in compliance with Rule 17.1(a) or (b). In such a case, the attention of the applicant is directed to Rule 17.1(c) which provides that no designated Office may disregard the priority claim concerned before giving the applicant an opportunity, upon entry into the national phase, to furnish the priority document within a time limit which is reasonable under the circumstances.
- I. The letters "NR" appearing in the right-hand column denote a priority document which was not received by the International Bureau or which the applicant did not request the receiving Office to prepare and transmit to the International Bureau, provided by Rule 17.1(a) or (b), respectively. In such a case, the attention of the applicant is directed to Rule 17.1(c) which upon entry into the national phase, to furnish the priority claim concerned before giving the applicant an opportunity, circumstances.

Priority date	Priority application No.	Country or regional Office	Date of receipt
10 June 2002 (10.06.02)		or PCT receiving Office	of priority document
10 Julie 2002 (10.06.02)	2002-168332	JP	25 July 2003 (25.07.03)

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland

Authorized officer

Farid ABBOU

Telephone No. (41-22) 338 8169

Facsimile No. (41-22) 338.90.90

#### PATENT COOPERATION 'AT'

RECEIVED

D4 1. 8 #2

SIKs & Cons

#### From the INTERNATIONAL BUREAU

PCT

NOTICE INFORMING THE APPLICANT OF THE COMMUNICATION OF THE INTERNATIONAL APPLICATION TO THE DESIGNATED OFFICES

(PCT Rule 47.1(c), first sentence)

To:

SIKS & CO. 8th Floor, Kyobashi-Nisshoku Bldg., 8-7, Kyobashi 1-chome Chuo-ku, Tokyo 104-0031 JAPON

Date of mailing (day/month/year)
18 December 2003 (18.12.03)

Applicant's or agent's file reference A31324M

IMPORTANT NOTICE

International application No. PCT/JP03/07121

International filing date (day/month/year) 05 June 2003 (05.06.03)

Priority date (day/month/year)
10 June 2002 (10.06.02)

Applicant

INSTITUTE OF MEDICINAL MOLECULAR DESIGN. INC. et al

 Notice is hereby given that the International Bureau has communicated, as provided in Article 20, the international application to the following designated Offices on the date indicated above as the date of mailing of this notice:

AU, AZ, BY, CH, CN, CO, DE, DZ, EP, HU, JP, KG, KR, MD, MK, MZ, RU, TM, US

In accordance with Rule 47.1(c), third sentence, those Offices will accept the present notice as conclusive evidence that the communication of the international application has duly taken place on the date of mailing indicated above and no copy of the international application is required to be furnished by the applicant to the designated Office(s).

2. The following designated Offices have waived the requirement for such a communication at this time:

AE, AG, AL, AM, AP, AT, BA, BB, BG, BR, BZ, CA, CR, CU, CZ, DK, DM, EA, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, ID, IL, IN, IS, KE, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MG, MN, MW, MX, NI, NO, NZ, OA, OM, PH, PL, PT, RO, SC, SD, SE, SG, SK, SL, TJ, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW

The communication will be made to those Offices only upon their request. Furthermore, those Offices do not require the applicant to furnish a copy of the international application (Rule 49.1(a-bis)).

- Enclosed with this notice is a copy of the international application as published by the International Bureau on 18 December 2003 (18.12.03) under No. WO 03/103655
- 4. TIME LIMITS for filing a demand for international preliminary examination and for entry into the national phase

The applicable time limit for entering the national phase will, subject to what is said in the following paragraph, be 30 MONTHS from the priority date, not only in respect of any elected Office if a demand for international preliminary examination is filed before the expiration of 19 months from the priority date, but also in respect of any designated Office, in the absence of filing of such demand, where Article 22(1) as modified with effect from 1 April 2002 applies in respect of that designated Office. For further details, see PCT Gazette No. 44/2001 of 1 November 2001, pages 19926, 19932 and 19934, as well as the PCT Newsletter, October and November 2001 and February 2002 issues.

In practice, time limits other than the 30-month time limit will continue to apply, for various periods of time, in respect of certain designated or elected Offices. For regular updates on the applicable time limits (20, 21, 30 or 31 months, or other time limit), Office by Office, refer to the PCT Gazette, the PCT Newslener and the PCT Applicant's Guide, Volume II, National Chapters, all available from WIPO's Internet site, at http://www.wipo.int/pct/en/index.html.

For filing a demand for international preliminary examination, see the PCT Applicant's Guide, Volume UA, Chapter IX. Only an applicant who is a national or resident of a PCT Contracting State which is bound by Chapter II has the right to file a demand for international preliminary examination (at present, all PCT Contracting States are bound by Chapter II).

It is the applicant's sole responsibility to monitor all these time limits.

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland Authorized officer

Judith Zahra

Telephone No.(41-22) 338.91.11

Facsimile No.(41-22) 740.14.35

Form PCT/IR/308 (April 2002)



## From the INTERNATIONAL BUREAU

**PCT** 

INFORMATION CONCERNING ELECTED OFFICES NOTIFIED OF THEIR ELECTION

(PCT Rule 61.3)

Τo

JAPON

SIKS & CO. 8th Floor, Kyobashi-Nisshoku Bldg., 8-7, Kyobashi 1-chome Chuo-ku, Tokyo 104-0031

Date of mailing (day/month/year)
18 December 2003 (18.12.03)

Applicant's or agent's file reference A31324M

#### IMPORTANT INFORMATION

International application No. PCT/JP03/07121

International filing date (day/month/year) 05 June 2003 (05.06.03)

Priority date (day/month/year) 10 June 2002 (10.06.02)

Applicant

# INSTITUTE OF MEDICINAL MOLECULAR DESIGN. INC. et al

1. The applicant is hereby informed that the International Bureau has, according to Article 31(7), notified each of the following Offices of its election:

EP: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR National: AU, BG, CA, CN, DE, GB, IL, IP, KR, MN, NI, NO, PL, RO, RU, SK, US

The following Offices have waived the requirement for the notification of their election; the notification will be sent to them by the International Bureau only upon their request:

AP: GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW

EA: AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM

OA: BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG

National: AE, AG, AL, AM, AT, AZ, BA, BB, BR, BY, BZ, CH, CO, CR, CU, CZ, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IN, IS, KE, KG, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MW, MX, MZ, NZ, OM, PH, PT, SC, SD, SE, SG, SL, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW

3. The applicant is reminded that he must enter the "national phase" before the expiration of 30 months from the priority date before each of the Offices listed above. This must be done by paying the national fee(s) and furnishing, if prescribed, a translation of the international application (Article 39(1) (a)), as well as, where applicable, by furnishing a translation of any annexes of the international preliminary examination report (Article 36(3) (b) and Rule 74.1).

Some offices have fixed time limits expiring later than the above-mentioned time limit. For detailed information about the applicable time limits and the acts to be performed upon entry into the national phase before a particular Office, see Volume II of the PCT Applicant's Guide.

The entry into European regional phase is postponed until 31 months from the priority date for all States designated for the purposes of obtaining a European patent.

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland Authorized officer

Judith Zahra

Facsimile No.(41-22) 740.14.35

Telephone No.(41-22) 338.91.11

## From the INTERNATIONAL BUREAU

# PCT

NOTIFICATION OF TRANSMITTAL
OF COPIES OF TRANSLATION
OF THE INTERNATIONAL PRELIMINARY
EXAMINATION REPORT

(PCT Rule 72.2)

To:

SIKS & CO. 8th Floor, Kyobashi-Nisshoku Bldg., 8-7, Kyobashi 1-chome Chuo-ku, Tokyo 104-0031 JAPON

Date of mailing (day/month/year)
02 December 2004 (02.12.2004)

Applicant's or agent's file reference A31324M

IMPORTANT NOTIFICATION

International application No. PCT/JP2003/007121

International filing date (day/month/year) 05 June 2003 (05.06.2003)

Applicant

INSTITUTE OF MEDICINAL MOLECULAR DESIGN. INC. et al

1. Transmittal of the translation to the applicant.

The International Bureau transmits herewith a copy of the English translation made by the International Bureau of the international preliminary examination report established by the International Preliminary Examining Authority.

2. Transmittal of the copy of the translation to the elected Offices.

The International Bureau notifies the applicant that copies of that translation have been transmitted to the following elected Offices requiring such translation:

AZ, CA, CH, CN, CO, EP, GH, KG, KR, MK, MZ, RO, RU, TM

The following elected Offices, having waived the requirement for such a transmittal at this time, will receive copies of that translation from the International Bureau only upon their request:

AE, AG, AL, AM, AP, AT, AU, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EA, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MN, MW, MX, NI, NO, NZ, OA, OM, PH, PL, PT, SC, SD, SE, SG, SK, SL, TJ, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW

3. Reminder regarding translation into (one of) the official language(s) of the elected Office(s).

The applicant is reminded that, where a translation of the international application must be furnished to an elected Office, that translation must contain a translation of any annexes to the international preliminary examination report.

It is the applicant's responsibility to prepare and furnish such translation directly to each elected Office concerned (Rule 74.1). See Volume II of the PCT Applicant's Guide for further details.

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland Authorized officer

Yoshiko Kuwahara

Facsimile No.+41 22 740 14 35

Form PCT/IB/338 (July 1996)

Facsimile No.+41 22 338 90 90

# Translation

# PATENT COOPERATION TREATY



# PCT

# INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

	(bC1 Willie 20 and 12			
	- W	otificationofTransmittalofInternational Preliminary		
Applicant's or agent's file reference	FOR FURTHER ACTION Exam	ination Report (Form 1 C 114		
A31324M	International filing date (day/month/y	Priority date (day/month/year) 10 June 2002 (10.06.02)		
International application No.	05 June 2003 (05.06.03)	10 June 2002 (10.00%)		
PCT/JP03/07121 International Patent Classification (IPC) A61K 31/167, 31/18, 31/38 31/451, 31/455, 31/47, 31/5	or national classification and IPC 1, 31/40, 31/404, 31/4164, 31/421, 31/405, 31/498, 31/5375, 31/609, 31/616, A	31/437, 31/4402, 31/445,		
Applicant INSTIT	UTE OF MEDICINAL MOLECUI	LAR DESIGN. INC.		
2. This REPORT consists of a	ontal of sheets, including the state of the same and the same	or rectifications made before this Authority (300 100)		
This report is also accompanied by ANNEXES, i.e., sheets of the description, claims and/or drawings which have amended and are the basis for this report and/or sheets containing rectifications made before this Authority (see Rule 70.16 and Section 607 of the Administrative Instructions under the PCT).  These annexes consist of a total of sheets.				
1				
3. This report contains indications relating to the following items:				
Basis of the report				
	d to novelty	, inventive step and industrial applicability		
Lack of unity of invention  Lack of unity of invention  Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applical		l to novelty, inventive step or industrial applicability; it		
V Z Chanons and disprised				
VI 🖂 Certain	defects in the international application			
VII Certair	observations on the international application	on 		
,		- Ethio report		
Date of submission of the demand  Date of submission of the demand  13 November 2003 (13.11.2003)				
Date of submission of discrete 2003 (05.06.03)  13 November 2003 (13.11.200)  Name and mailing address of the IPEA/JP  Authorized officer				
		thorized officer		
Telephone No.				
Facsimile No.				

International	application	No.
Tittot ilatioilai	app	

# INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

PCT/JP03/07121

I. Ba	sis o	of the report			
1. W	ith r	regard to the elements of the international applic	cation:*	-	
$\triangleright$		the international application as originally filed			
		the description:			
	_	pages		, as originally filed	
		pages .		_, filed with the demand	
•		pages	, filed with the letter of		
Γ	7	the claims:			
_		pages		, as originally filed	
			, as amended (together with any st		
		pages		, filed with the demand	
			, filed with the letter of		
Г	7	the drawings:			
L			•	, as originally filed	
			, filed with the letter of		
г	┑.		,		
L	tt	he sequence listing part of the description:	•	11 61 1	
			<del></del>		
		pages			
	•		, filed with the letter of		
t!	he in	sternational application was filed unless otherw	ed above were available or furnished to this Authority ise indicated under this item.  uthority in the following language		
		the language of a translation furnished for the	purposes of international search (under Rule 23.1(b))	<b>.</b>	
إ	_	the language of publication of the international	• •		
{		the language of the translation furnished for or 55.3).	the purposes of international preliminary examinati	on (under Rule 55.2 and/	
3.	With prelin	n regard to any nucleotide and/or amino a minary examination was carried out on the basis	acid sequence disclosed in the international appl s of the sequence listing:	ication, the international	
		contained in the international application in w	ritten form.	,	
	filed together with the international application in computer readable form.				
		furnished subsequently to this Authority in written form.			
		furnished subsequently to this Authority in co	omputer readable form.		
		The statement that the subsequently furni international application as filed has been furnithment.	ished written sequence listing does not go beyon nished.	nd the disclosure in the	
		The statement that the information recorded been furnished.	d in computer readable form is identical to the wr	itten sequence listing has	
4.		The amendments have resulted in the cancella	ation of:		
ŀ		the description, pages			
ļ		the claims, Nos.			
		the drawings, sheets/fig	<del></del>		
5.		This report has been established as if (some obeyond the disclosure as filed, as indicated in	of) the amendments had not been made, since they he the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).**	ave been considered to go	
	in th and	his report as "originally filed" and are not 70.17).	he receiving Office in response to an invitation unde annexed to this report since they do not contain	amendments (Rule /0.10	
**	Any.	replacement sheet containing such amendments	s must be referred to under item I and annexed to this	report.	

International application No.

# INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

PCT/JP03/07121

III. Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability				
1. The questions whether the claimed invention appears to be novel, to involve an inventive step (to be non obvious), or to be industrially applicable have not been examined in respect of:				
the entire international application.				
Claims Nos. 1- a part of 11				
because:				
the said international application, or the said claims Nos. relate to the following subject matter which does not require an international preliminary examination (specify):				
the description, claims or drawings (indicate particular elements below) or said claims Nos. 1-11 are so unclear that no meaningful opinion could be formed (specify):				
The effective components of the drug compositions of the inventions of claims 1 through 11 include a great variety of compounds within a very wide range, and a complete search relating to all those compounds is difficult to conduct. On the other hand, only a tiny fraction of the effective components of the drug compositions of the inventions of claims 1 through 11 were supported by the pecification, as defined by the PCT Article 6, or disclosed in the specification, as defined by the PCT Article 5.  Therefore, claims 1 through 11 and the specification do not meet the prescribed requirements to degree enabling a meaningful international search.  Accordingly, in the previous international search report, the search of prior art documents was conducted, within a reasonable burden range, based on the compounds specifically described in the specification with respect to the inventions of claims 1 to 11. For this reason, the international preliminary examination was conducted within this search range.				
———— the claims or said slains M				
the claims, or said claims Nos 1-11 are so inadequately supported by the description that no meaningful opinion could be formed.				
no international search report has been established for said claims Nos				
A meaningful international preliminary examination cannot be carried out due to the failure of the nucleotide and/or amino acid sequence listing to comply with the standard provided for in Annex C of the Administrative Instructions:				
the written form has not been furnished or does not comply with the standard.				
the computer readable form has not been furnished or does not comply with the standard.				

#### INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

PCT/JP03/07121

٧.	Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability;
	citations and explanations supporting such statement

tement			
Novelty (N)	Claims	8, 9	YE
	Claims	1-7, 10, 11	NO
Inventive step (IS)	Claims		YE
	Claims	1-11	. NC
Industrial applicability (IA)	Claims	1-11	YE
	Claims		NC

#### 2. Citations and explanations

Document 1: WO, 99/65449, A2 (Smithkline Beecham Corporation), 23 December, 1999.

Document 2: WO, 99/55663, A1 (Vertex Pharmaceuticals Incorporated), 04 November, 1999.

Document 3: WO, 01/98290, A2 (Pharmacia & Upjohn S.P.A.), 27 December, 2001.

# <Based on document 1>

The inventions of claims 1-5, 7 do not appear to possess novelty or involve an inventive step based on document 1 cited in the ISR.

Document 1 describes that the compound (HO)(R<sub>A</sub>)Ph-CONH-Ph(R<sub>B</sub>) represented by Formula I demonstrates an efficacious effect against cancer.

Changing some of the substitution groups in the compound of Formula I within a range of analogs with the object of providing compounds that are similarly effective against cancer could have been easily arrived at by a person skilled in the art.

#### <Based on document 2>

The inventions of claims 1-4, 6, 7 do not appear to possess novelty or involve an inventive step based on document 2 cited in the ISR. Further, the inventions of claims 8 and 9 do not appear to involve an inventive step based on the same document 2.

Document 2 describes that the compound represented by the formula (hydroxynaphthalene ring)-CONH-(Ph substituted with CF<sub>3</sub> or the like) is effective as an antitumor agent.

Changing some of the substitution groups within a range of analogs with the object of providing compounds that are similarly effective as antitumor agents could have been easily arrived at by a person skilled in the art.

#### <Based on document 3>

The inventions of claims 1-6, 10, and 11 do not appear to possess novelty or involve an inventive step based on document 2 cited in the ISR.

Document 3 describes that the compound represented by the formula (HO)Ph-CONH-(substituted heteroaryl) is effective as an antitumor agent.

Changing some of the substitution groups within a range of analogs with the object of providing compounds that are similarly effective as antitumor agents could have been easily arrived at by a person skilled in the art.

International application No.

PCT/JP03/07121

# INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

tain published documents (R	ule 70.10)		
Application No. Patent No.	Publication date (day/month/year)	Filing date (day/month/year)	Priority date (valid claim) (day/month/year)
WO 02/49632 A1	27.06.02	18.12.01	18.12.00
(Institute of Medicinal Molecular Design Inc.)			
[E, X]			
WO 02/076918 A1	03.10.02	27.03.02	27.03.01
(Suntory Ltd.)	•	•	
[E, X]			

2.	Non-written	disclosures (Rule 70.9)
----	-------------	-------------------------

Kind of non-written disclosure	Date of non-written disclosure	referring to non-written disclosure
	(day/month/year)	(day/month/year)

# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

# **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
□ FADED TEXT OR DRAWING
□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
□ SKEWED/SLANTED IMAGES
□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
□ GRAY SCALE DOCUMENTS
□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.